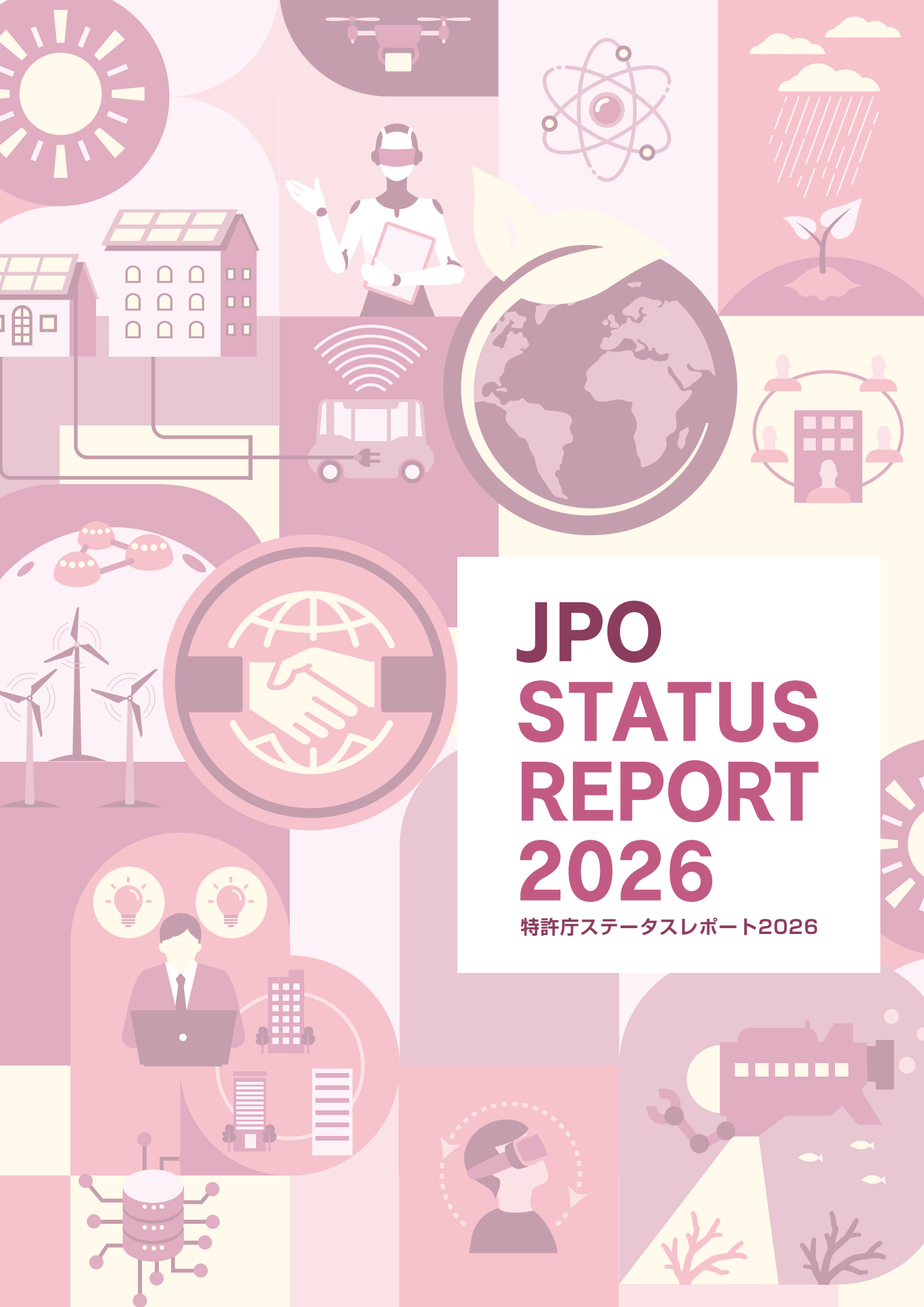


JPO STATUS REPORT 2026

特許庁ステータスレポート2026





JPO STATUS REPORT 2026

特許庁ステータスレポート2026

Foreword はじめに

To achieve economic growth in Japan, it is essential to expand investment through innovation. In this context, the Japan Patent Office (JPO) is dedicated to creating an environment that strengthens Japan's earning power by protecting and promoting the use of intellectual property (IP). In order to achieve this, the JPO aims to establish a virtuous cycle in which IP serves as a starting point for generating profits, which are then re-invested to stimulate innovation—ultimately leading to further IP-based profits.

To promote the creation of innovation, we are committed to steadily implementing the world's fastest and highest-quality patent examinations, wherein we maintain a maximum average total pendency of 14 months from examination request until the granting of rights. Patent examinations have become increasingly complex in recent years, due to factors such as the growing volume of patent documents which require prior art searches, including those in foreign languages; as well as the sophistication and complexity of inventions resulting from the penetration of AI across various fields of technology. It is essential, therefore, to continuously improve our examination system in order to address these challenges.

Toward this end, the JPO is actively pursuing the utilization of digital and AI technologies. In promoting the use of AI, we are formulating what is called a JPO AI Vision. This incorporates our principles of human-centered AI use, security, and accountability.

At the Trilateral Heads of Office Meeting held last October, the JPO proposed a trilateral collaboration to develop a common AI vision together with the USPTO and EPO, which outlines the fundamental principles for using AI in our work. Our partners have agreed to work together toward the creation of a Trilateral AI Vision, and as we move forward, I hope that the three offices will lead the world in the effective utilization of AI.

In order for enterprises and other IP system users to create value and strengthen their earning power, it is essential for management to acquire and utilize IP rights in a strategic manner. To enable users to comprehensively acquire IP that can be used within their business, we have implemented what is known as the Collective Examinations for IP Portfolio Supporting Business Strategy (CEIP). The JPO will continue to refine patent examination procedures, ensuring that amendment and examination progress are carefully considered so that patent claims will meet the corresponding standards.

The JPO additionally supports users in obtaining patent

rights to facilitate overseas business expansion. Notably, the JPO will launch a new type of PPH in January together with Thailand, where applications from Japanese companies are numerous. Under this new framework, the JPO, as the Office of Earlier Examination, provides the key examination points to the Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce (DIP) of Thailand—thereby further enhancing the speed and quality of examinations.

To support users in both domestic and international matters, the JPO has established help desks for overseas expansion at the National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT). In addition, we have dispatched IP experts to overseas offices of the Japan External Trade Organization (JETRO), and provided support grants to SMEs and universities for filing international applications. We are also committed to strengthening cooperation with other IP offices and the World Intellectual Property Organization (WIPO) through ongoing dialogue.

The use of IP is important for SMEs and startups. As such, the JPO supports the IP management of SMEs through the IP Business Management Support Network, which is a collaborative framework including the JPO, INPIT, Japan Patent Attorneys Association (JPAA), Japan Chamber of Commerce and Industry, and Small and Medium Enterprise Agency. By working together, these five entities provide one-stop support for both IP and business management.

Moreover, the JPO and INPIT are also working to advance various initiatives, and we will continue to offer our hands-on IP support as startups and universities grow and make breakthroughs.

The JPO Status Report 2026 presents IP statistics from Japan and around the world, and also outlines the latest initiatives that the JPO has taken to create an environment that strengthens Japan's earning power. We hope that the information in this report will be useful for your business.



KASAI Yasuyuki,

JPO Commissioner

我が国の経済成長を実現する上では、イノベーションによる投資の拡大が不可欠です。そのために、特許庁は、知的財産の保護・活用促進を図ることで、知的財産を起点に収益を上げ、それを投資し、イノベーションを引き起こし、さらに、知的財産を起点に収益を上げるという好循環を作り、我が国の「稼ぐ力」を強化する環境を整備してまいります。

「イノベーションの創出」を促進するため、特許庁は、「世界最速・最高品質の特許審査」を着実に実施し、審査請求から権利化まで平均14か月以内のスピードを堅持してまいります。外国語文献を含む調査すべき文献の増加や、あらゆる技術分野へのAI技術の浸透等による発明の高度化・複雑化など、審査の難易度が上昇の一途をたどる中で、審査体制の整備や変革に取り組む必要があります。

そのために、特許庁は、積極的なデジタル/AI技術の活用に取り組んでまいります。AI活用を進めていく上で、人間中心、セキュリティ、アカウントビリティの確保といった理念を示す「JPO AIビジョン」を策定します。

また、昨年10月には、業務におけるAIの利活用の理念を示す、「AIビジョン」を日米欧の三極特許庁共同で策定することを日本から提案し、合意しました。今後は、日米欧の三極特許庁で、AI活用について、世界をリードしていきたいと考えております。

企業等のユーザーが価値創造を推進し、「稼ぐ力」を強化するためには、経営において知的財産を戦略的に取得して活用することが不可欠です。事業で活用される知的財産の包括的な取得を支援するため、事業展開の時期に合わせた審査・権利化を提供する「事業戦略対応まとめ審査」を実施してまいります。また、標準の内容に対応した適切な特許の権利範囲となるよう、補正内容や審査の進捗を柔軟に調整する特許審査について、新たに検討してまいります。

さらに、ユーザーの海外展開支援として、海外での特許権等の取得促進に、引き続き取り組みます。日本企業からの出願が多いタイとの間では、今年1月から、先行庁である我が国特許庁の審査内容のポイントをタイ知的財産局に提供することで、タイでの審査を更に早期化し、審査の質も高める新しい形の特許審査ハイウェイ（PPH）を開始しました。独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）の海外展開財支援窓口や独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）海外事務所への知的財産の専門家の配置などの国内外の個別の相談に対応できる体制整備や、中小企業や大学の海外出願費

用支援、海外知財庁や世界知的所有権機関（WIPO）等との対話を通じた、より強固な協力関係の構築などを推進します。

中小企業やスタートアップにとっても、経営における知的財産の活用は重要です。

特許庁は、INPIT、日本弁理士会、日本商工会議所、中小企業庁とともに、「知財経営支援ネットワーク」を形成しています。これら5つの機関が連携することで、知的財産と経営の両面からワンストップ支援を行ってまいります。

さらに、特許庁とINPITは、スタートアップ、ベンチャーキャピタル、大学等に、知的財産の専門家を派遣する事業を通じて、スタートアップ、大学等の成長や飛躍の実現を知的財産の面で後押ししていきます。

本書は、以上のような取組を含め、特許庁が我が国の「稼ぐ力」を強化する環境を整備するために実施している最新の取組や、知的財産に関する世界の統計情報をとりまとめたものです。本書の情報を皆様のビジネスに御活用いただければ幸いです。

特許庁長官
河西 康之

河西康之



M

To achieve a society in which ideas are respected and each individual is encouraged to ignite creativity.

「知」が尊重され、一人ひとりが創造力を発揮したくなる社会を実現する

ission

<ミッション>

(どのような社会を実現したいのか)

V

To promote innovation through enhancement of IP rights by co-creating an IP ecosystem in which ideas exploring the future can be developed to generate new values.

産業財産権を通じて、未来を拓く「知」が生まれ、新たな価値が生み出される
知財エコシステムを協創することで、イノベーションを促進する

ision

<ビジョン>

(ミッションのために組織は何を成すのか)

- ▶ Conduct business operations with integrity and fairness based on transparency.
- ▶ Act from the users' standpoint.
- ▶ Continue to improve without being bound by past practices.
- ▶ Continuously strive to learn and incorporate new technologies and knowledge, and act proactively as a professional expert.
- ▶ Respectfully bring together diverse personalities to create synergies that will enhance individual abilities.
- ▶ Think and deal with issues as a united JPO entity.

V

alues

- 透明性をもって、公正、公平に実務を行う
- ユーザーの立場で考える
- 前例にこだわらず、改善を続ける
- 新たな技術・知識を常に学び取り入れ、プロフェッショナルとして主体的に行動する
- 多様な個性を尊重し、かけ合わせ、お互いを高め合う
- 特許庁全体の視野に立つ

<バリューズ>

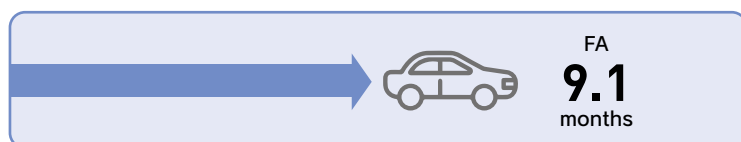
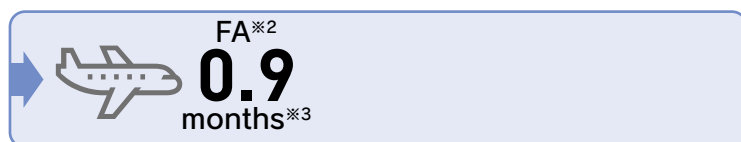
(ビジョンのために職員はどのような指針で行動・判断するのか)

Facts 2025

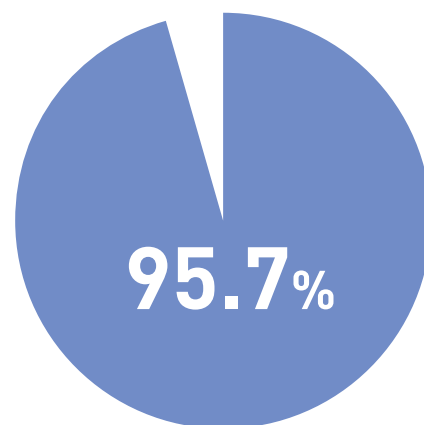
Patent 特許

※1…in FY2024 ※2…FA(ファーストアクション) ※3…months(〇か月)

Speed 速さ ▶ PP.50-53

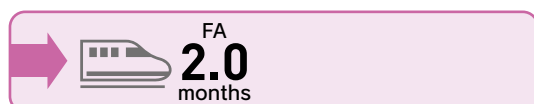


Quality 品質 ▶ PP.54-55

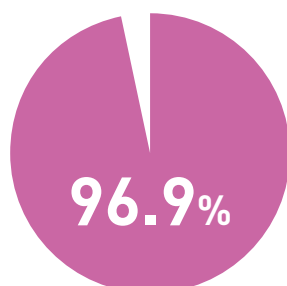


Design 意匠

Speed 速さ ▶ PP.61-63

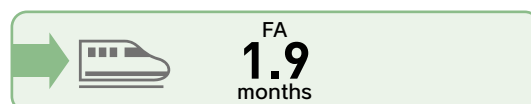


Quality 品質 ▶ PP.64-65

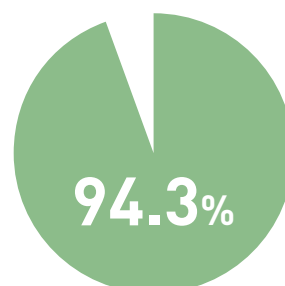


Trademarks 商標

Speed 速さ ▶ PP.67-69



Quality 品質 ▶ PP.69-70



Hot Topics ホットトピックス

Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan

大阪・関西万博



▶ PP.78-79,106-107

Adaption to New Technological Advances

新技術の発展に対応するための施策

● AI/Digital Transformation/VR and Industrial Property Rights

AI/DX・VRと産業財産権

▶ PP.131-133



● Trilateral AI Vision

三極AIビジョン

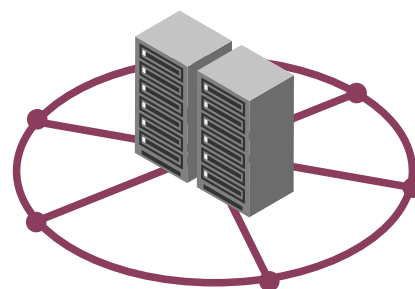
▶ PP.80-81



● Consideration of Appropriate Protection of Rights for Network-related Inventions

ネットワーク関連発明の適切な権利保護に関する検討

▶ P.132

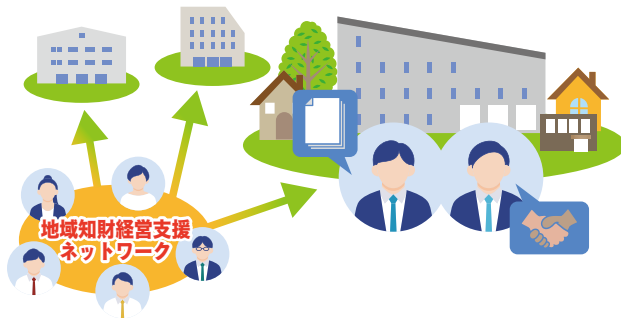


Promoting Innovation & Helping Boost Business Management Capacity

イノベーション促進・経営力強化のための支援

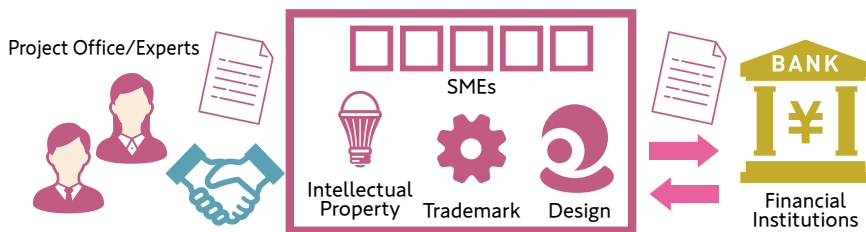
● Projects to Create Model Areas for IP Management Support

知財経営支援モデル地域創出事業 ▶ PP.109-110



● IP Finance Project

知財金融事業 ▶ PP.110-111



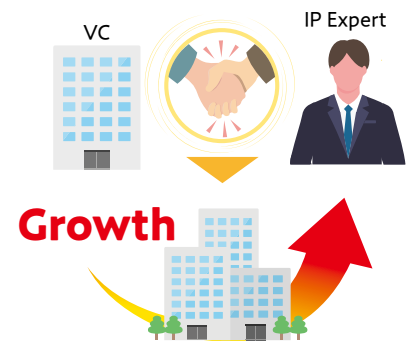
● Design-Driven Management

デザイン経営 ▶ PP.111-112



● IPAS/VC-IPAS

▶ PP.114-116



Initiatives for SDGs

SDGsへの取組

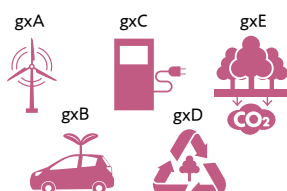
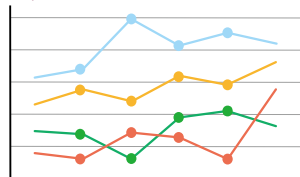
● Cooperation with WIPO GREEN

WIPO GREENとの協力
▶ P.102



● GXTI

GXTI
▶ PP.121-122



● DE&I

(Diversity, Equity & Inclusion)

DE&I (ダイバーシティ、エクイティ & インクルージョン) ▶ P.125



Events 2025

May
28th

5月28日

The 18th IP5 Heads of Office Meeting

第18回IP5長官会合

P.82



July

8-17th

7月8~17日

Assemblies of the Member States of WIPO: Sixty-Sixth Series of Meetings

第66回WIPO加盟国総会

PP.79-80



August

19th

8月19日

The 15th ASEAN-Japan Heads of IP Offices Meeting

第15回日ASEAN特許庁長官会合

P.88



EXPO 2025 International Forums on the Promotion of Intellectual Property Utilization for the SDGs

SDGsに向けた知財活用の促進等に関する国際フォーラム(大阪・関西万博)

PP.78-79,106-107



October

4th

10月4日

EXPO 2025 International Forums on the Promotion of Intellectual Property Utilization for the SDGs

PP.78-79,106-107



October

21st

10月21日

The 43rd Trilateral Heads of Office Meeting

第43回三極特許庁長官会合

P.81



October
23 – 24th
10月23～24日

The 11th ID5 Annual Meeting
第11回ID5年次会合
P.83



October
23 – 24th
10月23～24日

Judicial Symposium on
Intellectual Property 2025
国際知財司法シンポジウム2025
P.100



October
27 – 29th
10月27～29日

The 14th TM5 Annual Meeting
第14回TM5年次会合
P.84



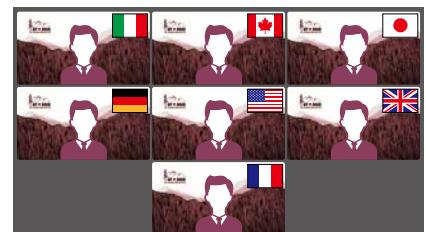
December
11th
12月11日

The 6th JPO-DPIIT Review Meeting
第6回日印知的財産評価会合
P.89



December
12th
12月12日

G7 Heads of IP Office Conversation
G7知財庁長官級会談
P.105



December
22nd
12月22日

Agreement in principle on Japan-Bangladesh EPA
日・バングラデシュEPA大筋合意
P.86



CONTENTS

2	Foreword
4	MVV
5	Facts & Events 2025
10	Contents

Part 1

12	Facts and Figures on Trends in Intellectual Property
14	Chapter 1 – Trends in Intellectual Property in Japan
14	Section1 Patents
21	Section2 Utility Models
24	Section3 Designs
29	Section4 Trademarks
33	Section5 Trials and Appeals
38	Chapter 2 – Trends in Intellectual Property Worldwide
38	Section1 Patents
41	Section2 Designs
44	Section3 Trademarks

Part 2

48	2025 Policy Outcomes
50	Chapter 1 – Examinations/Trials and Appeals
50	Section1 Patents
61	Section2 Designs
67	Section3 Trademarks
75	Section4 Trials and Appeals
78	Chapter 2 – International Initiatives
78	Section1 Harmonization of IP Systems and Practices
88	Section2 Support for Improvement of IP Systems in Emerging and Developing Countries
93	Section3 Cooperation and Collaboration with Foreign IP Offices and Related Agencies
106	Chapter 3 – Support Measures, Law Amendments, etc.
106	Section1 Support Measures
131	Section2 Review of IP Systems
134	Section3 Dissemination of Information on the JPO' s Measures to Overseas Users

136	Appendixes
-----	------------

General Notes

- 1) JPO Status Report 2026 reports on what was occurring around the intellectual property system in the world as well as initiatives and measures that the Japan Patent Office implemented, especially focusing in 2025.
- 2) Figures and data are the latest, which are obtainable and publishable from January 5 to March 12, 2026. The Figures and data were created by the Japan Patent Office unless otherwise noted.
- 3) In cases where the website name is inserted as the source of information, the contents may be renewed after the information was obtained to prepare this report.
- 4) There may be cases where the total number of tables or graphs is not the same as the sum of breakdown figures due to rounding.
- 5) Departments/ sections in the descriptions of photographs are at the time photo is taken.

2	はじめに
4	MVV
5	Facts & Events 2025
10	目次

第1部

12	数字で見る知財動向
14	第1章 我が国の知財動向
14	第1節 特許
21	第2節 実用新案
24	第3節 意匠
29	第4節 商標
33	第5節 審判
38	第2章 世界の知財動向
38	第1節 特許
41	第2節 意匠
44	第3節 商標

第2部

48	2025年の施策成果
50	第1章 審査・審判
50	第1節 特許
61	第2節 意匠
67	第3節 商標
75	第4節 審判
78	第2章 国際的取組
78	第1節 知的財産制度・運用の調和
88	第2節 新興国・途上国における知的財産制度整備の支援
93	第3節 海外特許庁・関係機関との連携・協力
106	第3章 支援施策、法改正等
106	第1節 支援施策
131	第2節 制度の検討
134	第3節 海外ユーザーに対する日本国特許庁施策の情報発信

136 付録

凡例

- (1) 「特許庁ステータスレポート2026」は、2025年を中心に、知的財産を取り巻く状況や施策等の内容を紹介している。
- (2) 本書における数字・データ等は、2026年1月5日から3月12日の間に取得及び公開可能な最新の数字・データである。特記がない限りは、特許庁資料を利用して作成した。
- (3) 「(資料) ……」としてウェブサイトを用いている場合、情報取得後にその内容が更新されている場合がある。
- (4) 図表の総数と内訳の数は、四捨五入により一致しない場合がある。
- (5) 写真の説明書き中の所属部署・役職等は撮影当時のもの。

Facts and Figures on Trends in Intellectual Property

数字で見る知財動向

Chapter
1
第1章

**Trends in Intellectual Property
in Japan**

我が国の知財動向

Chapter
2
第2章

**Trends in Intellectual Property
Worldwide**

世界の知財動向

Figure data files on the JPO status report is being posted on the JPO's website accordingly.
特許庁ステータスレポートの図表データについては、特許庁ウェブサイトにも順次掲載しております。



English/英語
[https://www.jpo.go.jp/e/
resources/report/
statusreport/index.html](https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/statusreport/index.html)



Japanese/日本語
[https://www.jpo.go.jp/
resources/report/
statusreport/index.html](https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/index.html)

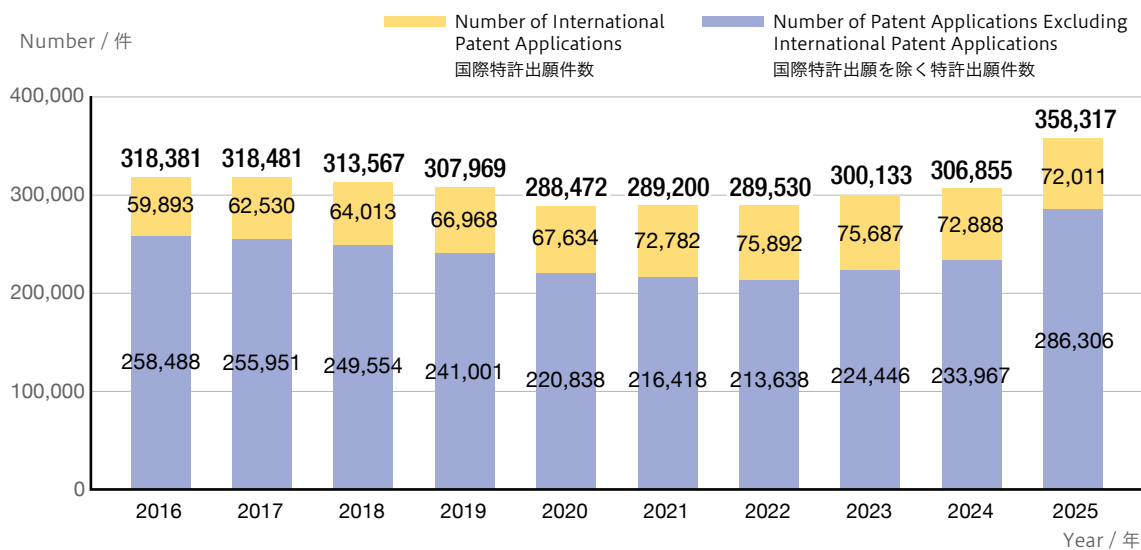


Trends in Intellectual Property in Japan 我が国の知財動向

1 Patents / 特許

1 Number of Patent Applications / 特許出願件数

Figure 1-1-1 Number of Patent Applications / 特許出願件数

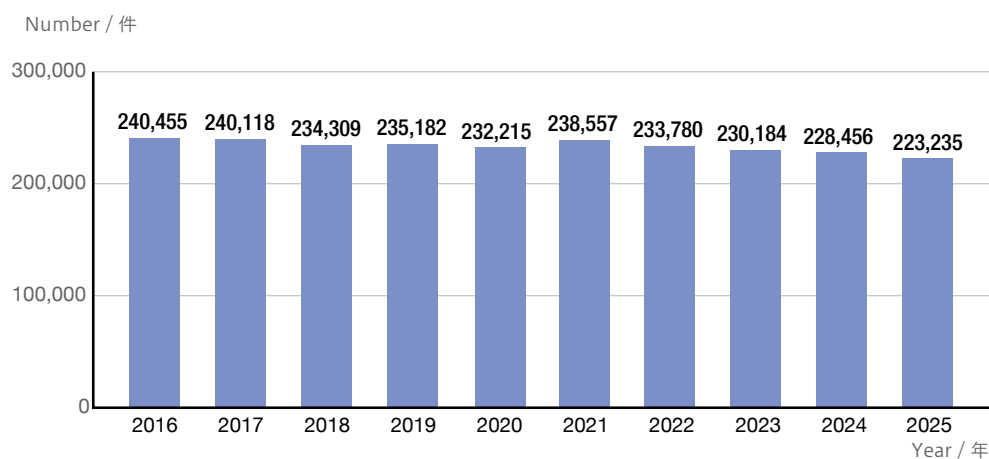


Note: • The number of patent applications includes the number of applications for registration of extension of the duration of a right.
 • An international patent application is an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT) that includes Japan as one of the designated countries and for which documents to enter the national phase were submitted to the JPO (patent applications only). The number of applications was counted according to the date when documents to enter the national phase were received.

備考: • 特許出願件数は、特許権の存続期間の延長登録の出願を含む。
 • 国際特許出願とは、特許協力条約に基づく国際出願であって指定国に日本国を含み、かつ日本国特許庁に国内書面が提出された出願（特許出願に係るものに限る。）。当該出願の件数は、国内書面の受付の日を基準にカウント。

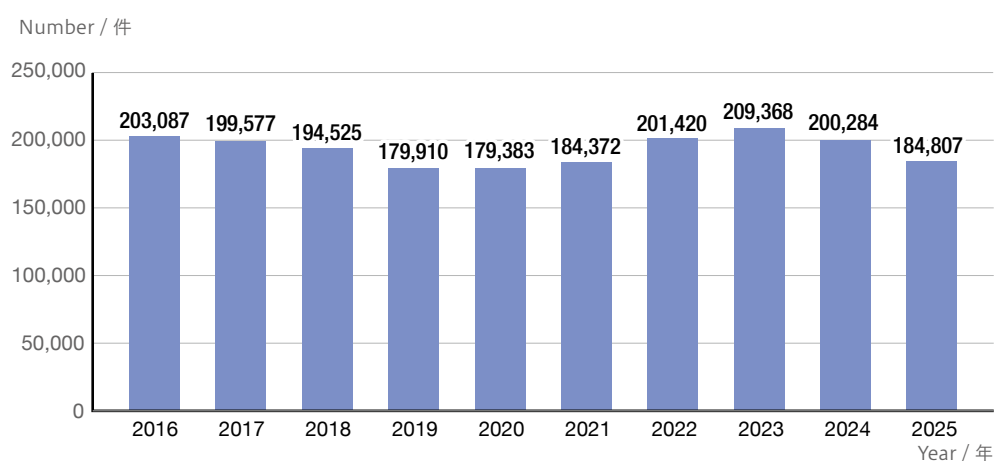
2 Number of Requests for Examination / 審査請求件数

Figure 1-1-2 Number of Requests for Examination / 審査請求件数



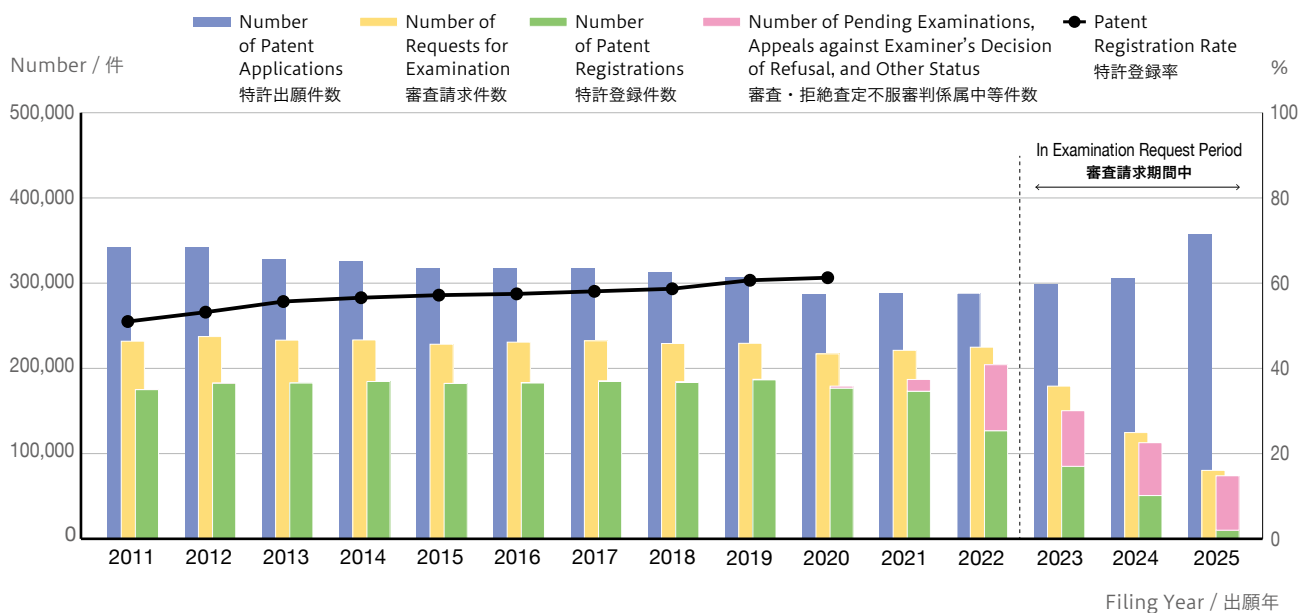
3 Number of Patent Registrations / 特許登録件数

Figure 1-1-3 Number of Patent Registrations / 特許登録件数



4 Number of Patent Registrations, etc. by Filing Year / 出願年別特許登録件数等

Figure 1-1-4 Number of Patent Registrations, etc. by Filing Year / 出願年別特許登録件数等



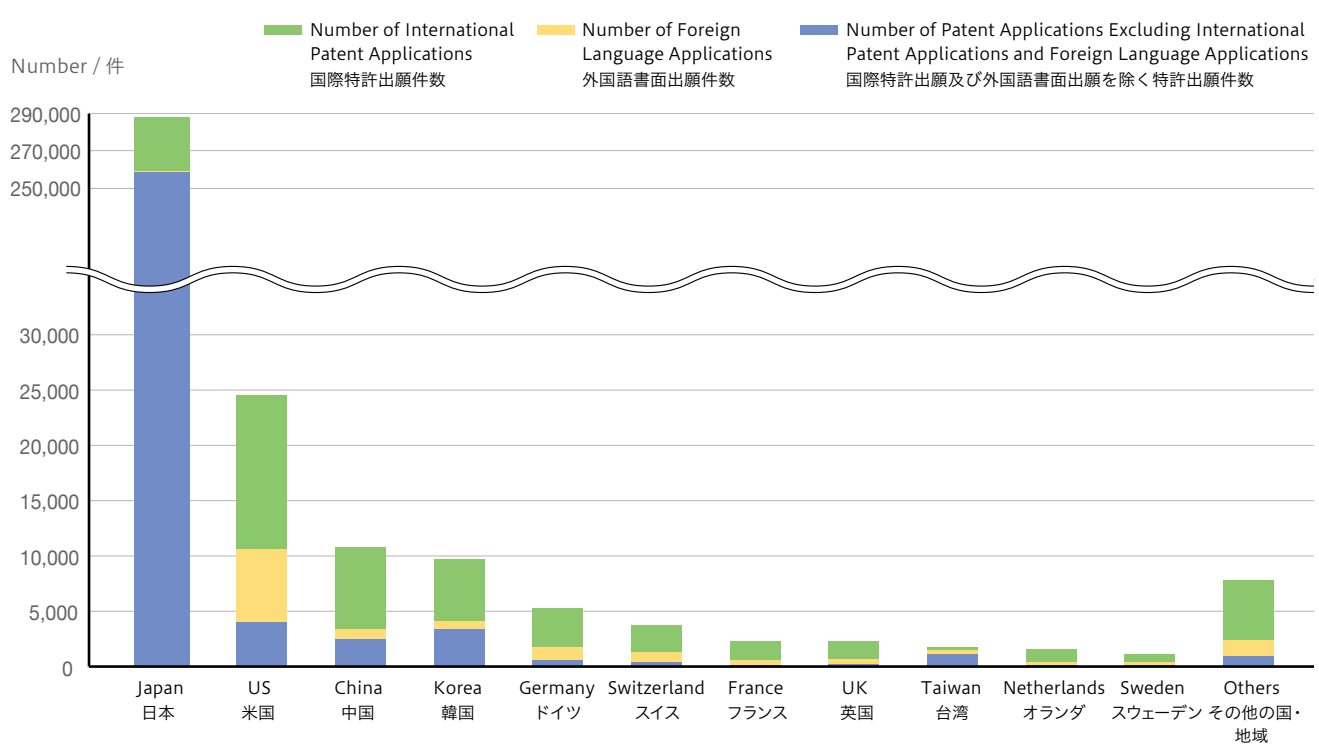
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Number of Patent Applications 特許出願件数	342,312	342,589	328,138	325,688	318,345	317,922	318,030	313,028	307,232	287,747	288,402	288,855	299,630	306,267	357,548
Number of Requests for Examination 審査請求件数	232,471	237,906	233,708	233,963	228,917	231,357	232,911	229,747	229,998	217,585	221,742	225,422	179,653	125,040	80,593
Number of Patent Registrations 特許登録件数	175,937	183,572	183,856	185,461	183,167	184,034	185,840	184,767	187,550	177,694	173,983	127,591	85,708	51,370	10,596

Note: · The number of patent registrations, etc. by filing year does not include the number of applications for registration of extension of the duration of a right.
 · The number of patent registrations by filing year is a provisional figure as of March 2, 2026.
 · The numbers of requests for examination by filing year in applications from 2023 to 2025 are provisional figures as of March 2, 2026.

備考: · 出願年別特許登録件数等は、特許権の存続期間の延長登録の出願の件数は含まれない件数。
 · 出願年別特許登録件数は、2026年3月2日時点での暫定値。
 · 2023年から2025年の出願における出願年別審査請求件数は、2026年3月2日時点での暫定値。

5 Number of Patent Applications by Country/Region of Applicant / 出願人国籍・地域別特許出願件数

Figure 1-1-5 Number of Patent Applications by Country/Region of Applicant in 2025 (Top 10 Countries/Regions)
2025 年における出願人国籍・地域別特許出願件数（上位 10 各国・地域）



	Japan (日本)	US (米国)	China (中国)	Korea (韓国)	Germany (ドイツ)	Switzerland (スイス)	France (フランス)	UK (英国)	Taiwan (台湾)	Netherlands (オランダ)	Sweden (スウェーデン)	Others (その他の国・地域)
Total Number of Patent Applications (総特許出願件数)	287,582	24,601	10,824	9,687	5,278	3,700	2,278	2,269	1,699	1,535	1,032	7,832
Number of International Patent Applications (国際特許出願件数)	28,221	14,014	7,442	5,590	3,512	2,426	1,722	1,618	190	1,130	711	5,435
Number of Foreign Language Applications (外国語書面出願件数)	532	6,619	960	739	1,216	894	430	436	400	307	224	1,458
Number of Patent Applications Excluding International Patent Applications and Foreign Language Applications (国際特許出願及び外国語書面出願を除く特許出願件数)	258,829	3,968	2,422	3,358	550	380	126	215	1,109	98	97	939

Note: ・ In the case that joint applicants filed, the number of patent applications was counted by country/region of the head applicant.
 ・ An international patent application is an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT) that includes Japan as one of the designated countries and for which documents to enter the national phase were submitted to the JPO (patent applications only). The number of applications was counted according to the date when documents to enter the national phase were received.

備考: ・ 共同出願については、筆頭出願人の国籍・地域でカウント。
 ・ 国際特許出願とは、特許協力条約に基づく国際出願であって指定国に日本国を含み、かつ日本国特許庁に国内書面が提出された出願（特許出願に係るものに限る。）。当該出願の件数は、国内書面の受付の日を基準にカウント。

6 Top 10 Companies with the Most Number of Patent Registrations (Domestic Companies) / 特許登録件数上位 10 社 (国内企業)

Figure 1-1-6 Top 10 Companies with the Most Number of Patent Registrations in 2025 (Domestic Companies)
2025 年における特許登録件数上位 10 社 (国内企業)

Rank in 2024 前年順位		Rank in 2025 順位	Applicant 出願人	Number of Registrations 登録件数
2	↗	1	TOYOTA MOTOR CORPORATION トヨタ自動車株式会社	4,943 (3,658)
1	↘	2	Canon Inc. キヤノン株式会社	3,529 (3,897)
4	↗	3	Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. パナソニック IP マネジメント株式会社	2,572 (2,948)
3	↘	4	Mitsubishi Electric Corporation 三菱電機株式会社	2,052 (3,006)
5	→	5	NEC Corporation 日本電気株式会社	1,797 (2,039)
6	→	6	NTT, Inc. NTT 株式会社	1,756 (1,775)
14	↗	7	SANYO BUSSAN CO., LTD. 株式会社三洋物産	1,579 (1,120)
7	↘	8	DENSO CORPORATION 株式会社デンソー	1,483 (1,668)
8	↘	9	Honda Motor Co., Ltd. 本田技研工業株式会社	1,434 (1,651)
9	↘	10	SANKYO CO., LTD. 株式会社三共	1,296 (1,570)

Note: ・The figures in parentheses are for 2024.

・Each applicant was counted in the case that joint applicants filed.

備考: ・表中括弧内は 2024 年。

・共同出願については、それぞれの出願人でカウント。

7 Top 10 Companies with the Most Number of Patent Registrations (Foreign Companies) / 特許登録件数上位 10 社 (国外企業)

Figure 1-1-7 Top 10 Companies with the Most Number of Patent Registrations in 2025 (Foreign Companies)
2025 年における特許登録件数上位 10 社 (国外企業)

Rank in 2024 前年順位		Rank in 2025 順位	Applicant 出願人	Number of Registrations 登録件数
2	↗	1	LG Energy Solution Ltd. エルジー エナジー ソリューション リミテッド	1,280 (962)
1	↘	2	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド	823 (972)
4	↗	3	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION インターナショナル・ビジネス・マシーンス・コーポレーション	803 (471)
3	↘	4	Applied Materials, Inc. アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド	568 (574)
5	→	5	Google LLC グーグル エルエルシー	488 (450)
9	↗	6	Panasonic Intellectual Property Corporation of America パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ	440 (371)
20	↗	7	QUALCOMM Incorporated クアルコム・インコーポレイテッド	430 (251)
10	↗	8	Robert Bosch GmbH ロベルト・ボッシュ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング	416 (365)
16	↗	9	Samsung Electronics Co., Ltd. 三星電子株式会社	384 (289)
11	↗	10	LG Chem. Ltd. エルジー・ケム・リミテッド	320 (351)

Note: ・The figures in parentheses are for 2024.

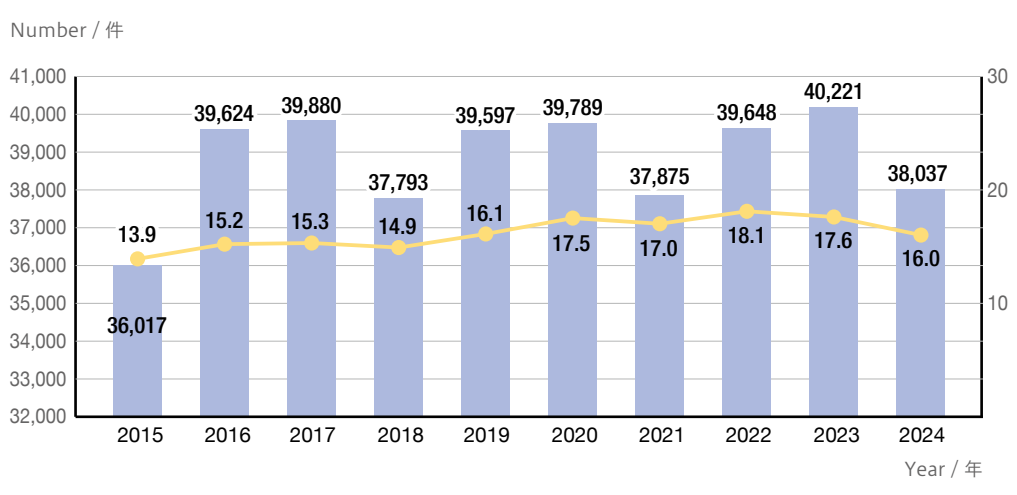
・Each applicant was counted in the case that joint applicants filed.

備考: ・表中括弧内は 2024 年。

・共同出願については、それぞれの出願人でカウント。

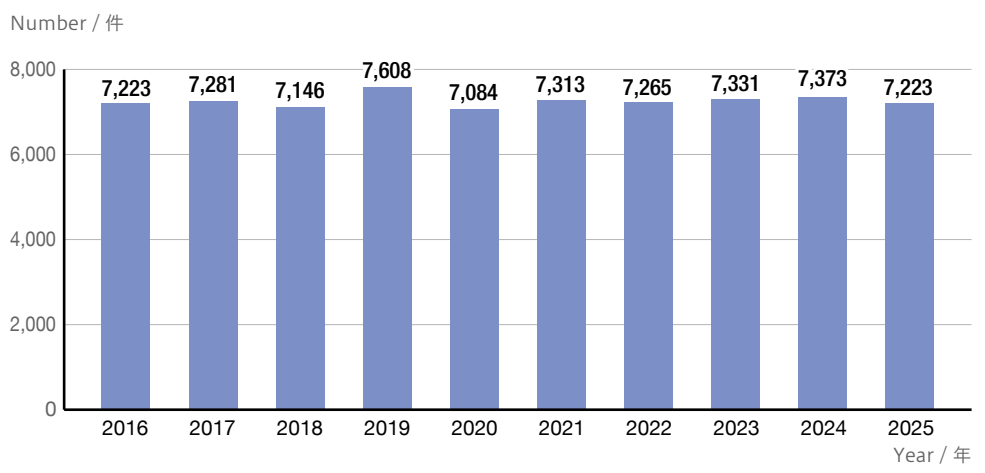
8 Number of Patent Applications Filed by SMEs in Japan and Percentage of Total Applications / 日本の中小企業の特許出願件数と比率

Figure 1-1-8 Number of Patent Applications Filed by SMEs in Japan and Percentage of Total Applications
日本の中小企業の特許出願件数と比率



9 Number of Patent Applications Filed by Universities, etc. in Japan / 日本の大学等の特許出願件数

Figure 1-1-9 Number of Patent Applications Filed by Universities, etc. in Japan / 日本の大学等の特許出願件数



Note: ・Applications filed by a university president, university, or approved TLO were counted.
 ・The count includes joint applications with corporations, etc.

備考: ・出願人が大学長又は大学を有する学校法人名の出願及び承認 TLO の出願をカウント。
 ・企業等との共同出願もカウント。

Chapter 1 第1章

Figure 1-1-10 Top 10 Universities, etc. with the Most Number of Patent Registrations in 2025
2025 年における特許登録件数上位 10 大学等

Rank in 2024 前年順位	Rank in 2025 順位	Applicant 出願人	Number of Registrations 登録件数
1	→ 1	The University of Tokyo 東京大学	293 (280)
3	↗ 2	Osaka University 大阪大学	232 (239)
4	↗ 3	Tokai National Higher Education and Research System 東海国立大学機構	203 (162)
2	↘ 4	Tohoku University 東北大学	198 (253)
5	→ 5	Kyoto University 京都大学	183 (158)
6	→ 6	Tokyo Institute of Technology 東京科学大学	165 (126)
9	↗ 7	Hokkaido University 北海道大学	112 (83)
7	↘ 8	Kyushu University 九州大学	107 (103)
14	↗ 9	University of Tsukuba 筑波大学	83 (61)
8	↘ 10	Keio University 慶應義塾大学	77 (92)
Total 全大学等合計			4,034

Note: ・The figures in parentheses are for 2024.

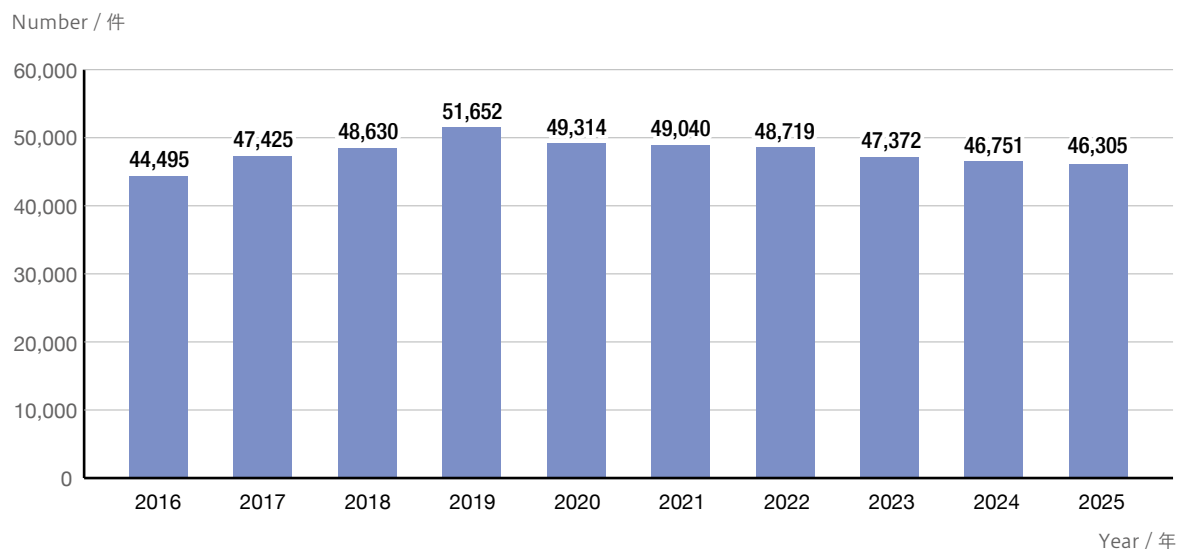
- ・ Applications filed by a university president, university, or approved TLO were counted.
- ・ The count includes joint applications with corporations, etc.
- ・ In the case that joint applicants filed, each applicant was counted.

備考: ・表中括弧内は 2024 年。

- ・ 出願人が大学長又は大学を有する学校法人名の出願及び承認 TLO の出願をカウント。
- ・ 企業等との共同出願もカウント。
- ・ 共同出願については、それぞれの出願人でカウント。

10 Number of PCT International Applications / PCT 国際出願件数

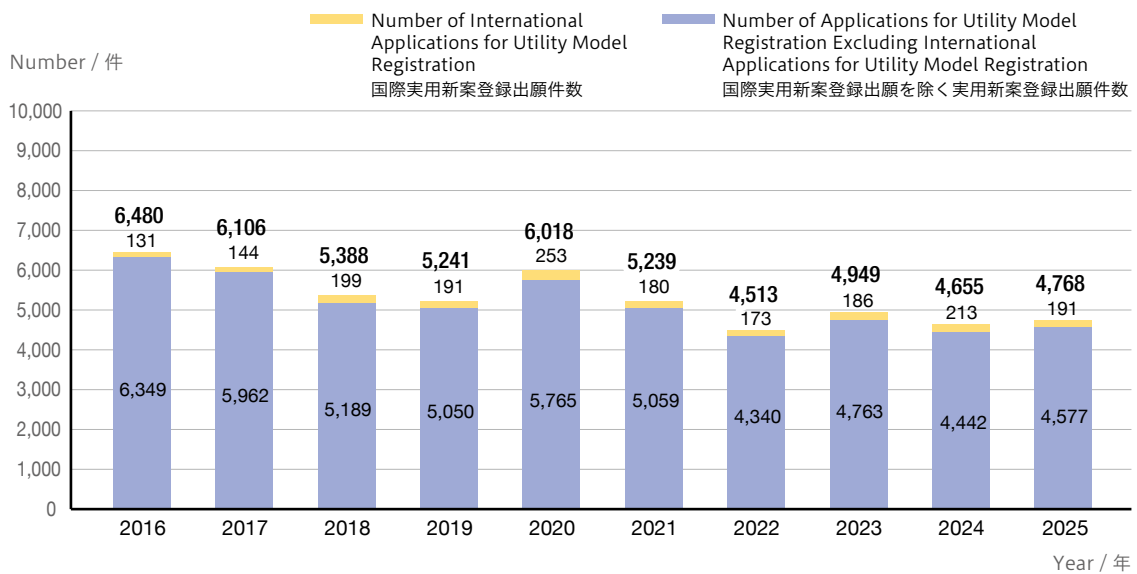
Figure 1-1-11 Number of PCT International Applications Filed with the JPO as the Receiving Office
日本国特許庁を受理官庁とする PCT 国際出願件数



2 Utility Models / 実用新案

1 Number of Applications for Utility Model Applications / 実用新案登録出願件数

Figure 1-1-12 Number of Applications for Utility Model Registration / 実用新案登録出願件数

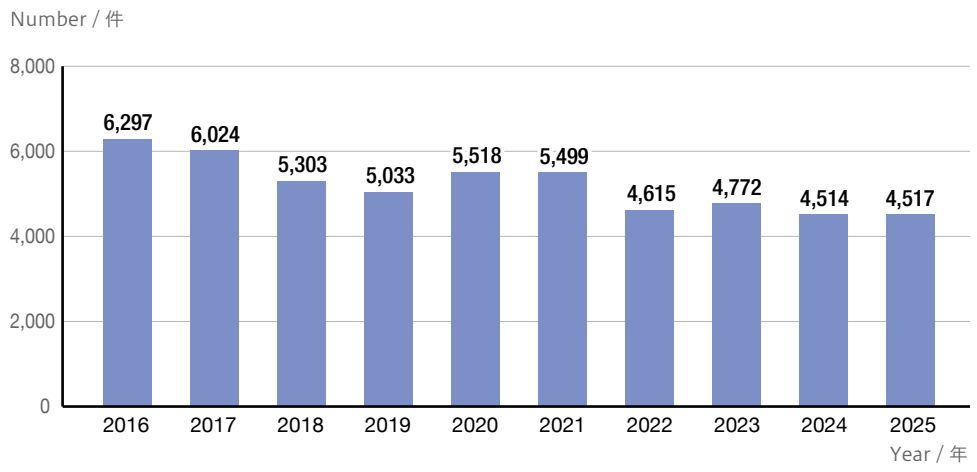


Note: ・ An international application for utility model registration is an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT) that includes Japan as one of the designated countries and for which documents to enter the national phase were submitted to the JPO (applications for utility model registration only). The number of applications was counted according to the date when documents to enter the national phase were received.

備考： ・ 国際実用新案登録出願は、特許協力条約に基づく国際出願であって指定国に日本国を含み、かつ日本国特許庁に国内書面が提出された出願（実用新案登録出願に係るものに限る。）。当該出願の件数は、国内書面の受付の日を基準にカウント。

2 Number of Utility Model Registrations / 実用新案登録件数

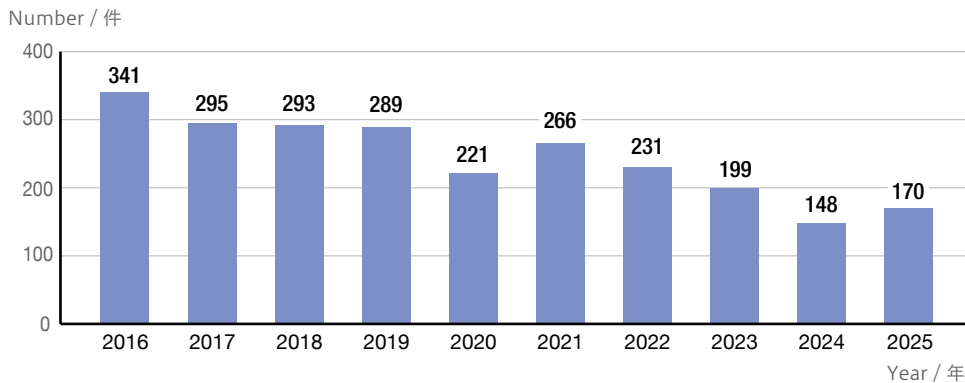
Figure 1-1-13 Number of Utility Model Registrations / 実用新案登録件数



Number of Requests for Utility Model Technical Opinion

3 実用新案技術評価の請求件数

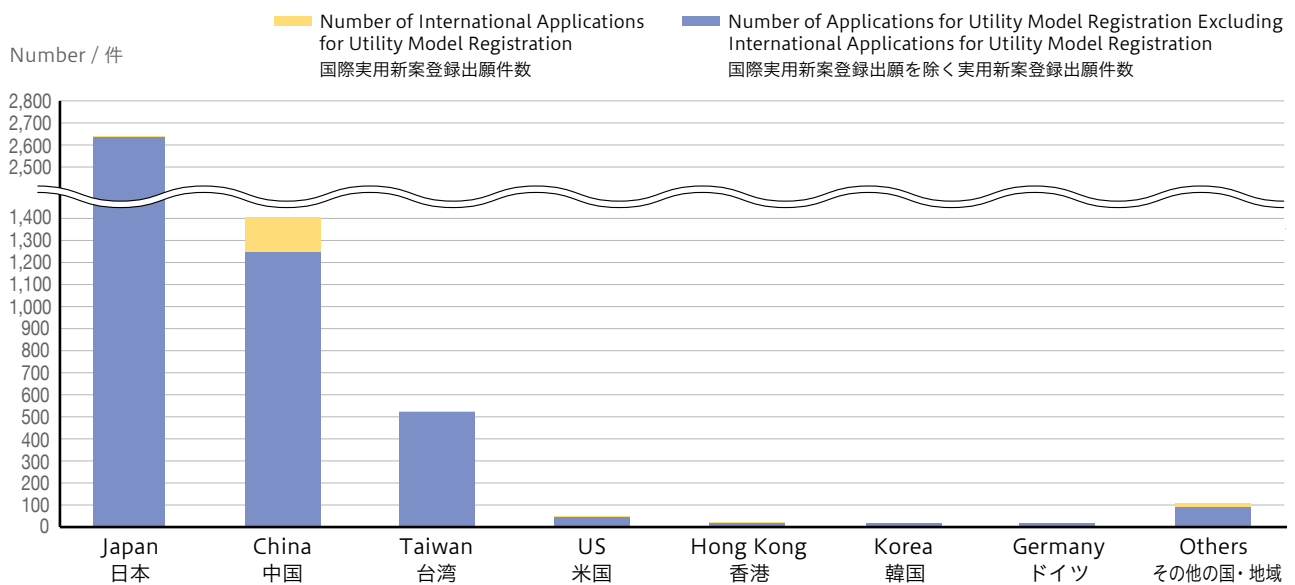
Figure 1-1-14 Number of Requests for Utility Model Technical Opinion / 実用新案技術評価の請求件数



Number of Applications for Utility Model Registration by Country/Region of Applicant

4 出願人国籍・地域別実用新案登録出願件数

Figure 1-1-15 Number of Applications for Utility Model Registration by Country/Region of Applicant in 2025 (Top 5 Countries/Regions) / 2025 年における出願人国籍・地域別実用新案登録出願件数 (上位 5 か国・地域)



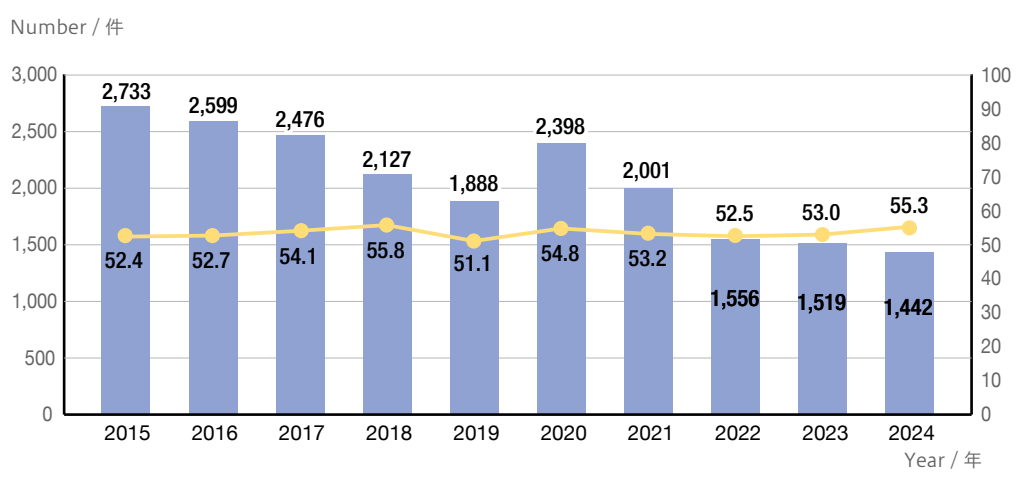
	Japan (日本)	China (中国)	Taiwan (台湾)	US (米国)	Hong kong (香港)	Korea (韓国)	Germany (ドイツ)	Others (その他の国・地域)
Total Number of Applications for Utility Model Registration (総実用新案登録出願件数)	2,641	1,403	522	48	19	16	16	103
Number of International Applications for Utility Model Registration (国際実用新案登録出願件数)	1	161	2	4	1	3	3	16
Number of Applications for Utility Model Registration Excluding International Applications for Utility Model Registration (国際実用新案登録出願を除く実用新案登録出願件数)	2,640	1,242	520	44	18	13	13	87

Note: • In the case that joint applicants filed, the number of utility model applications was counted by country/region of the head applicant.
 • An international application for utility model registration is an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT) that includes Japan as one of the designated countries and for which documents to enter the national phase were submitted to the JPO (applications for utility model registration only). The number of applications was counted according to the date when documents to enter the national phase were received.

備考: • 共同出願については、筆頭出願人の国籍・地域でカウント。
 • 国際実用新案登録出願は、特許協力条約に基づく国際出願であって指定国に日本国を含み、かつ日本国特許庁に国内書面が提出された出願（実用新案登録出願に係るものに限る。）。当該出願の件数は、国内書面の受付の日を基準にカウント。

5 Number of Applications for Utility Model Registration Filed by SMEs in Japan and Percentage of Total Applications / 日本の中小企業の実用新案登録出願件数と比率

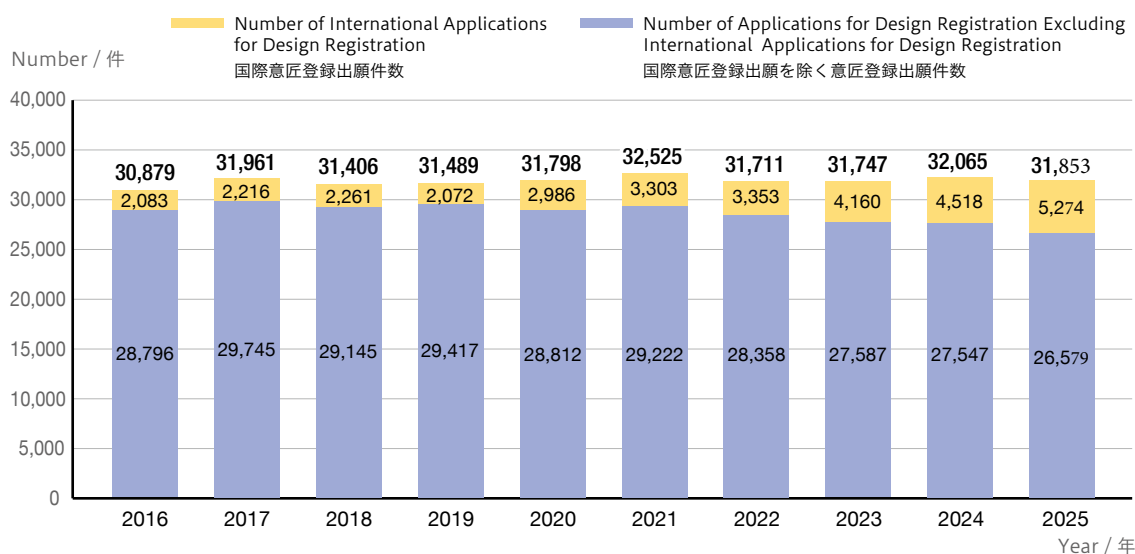
Figure 1-1-16 Number of Applications for Utility Model Registration Filed by SMEs in Japan and Percentage of Total Applications / 日本の中小企業の実用新案登録出願件数と比率



3 Designs / 意匠

1 Number of Applications for Design Registration / 意匠登録出願件数

Figure 1-1-17 Number of Applications for Design Registration / 意匠登録出願件数

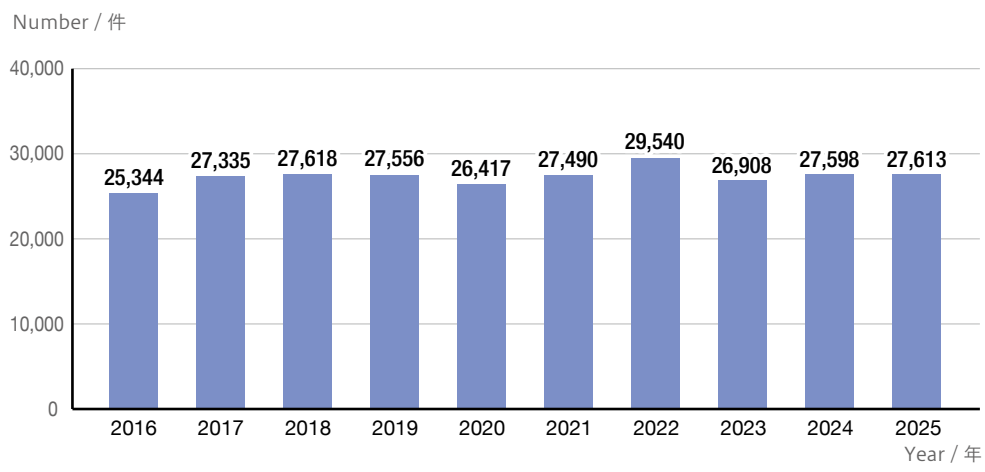


- Note:
- The number of international applications for design registration is the number of international applications under the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs (the Geneva Act) that designate Japan as a designated contracting party and that have been recorded as an international registration and published by the International Bureau. The number of applications was counted as applications for design registration filed for each design that is the subject of an international application and counted by the international publication date.
 - Please note that the standard publication period for international applications for design registration was extended from six to 12 months by the amendments to the Common Regulations under the Hague Agreement, which entered into force on January 1, 2022; therefore, in principle, there is no standard publication of international applications for design registration in the second half of 2022.
 - The JPO began to process international applications filed under the Geneva Act on May 13, 2015.

- 備考:
- 国際意匠登録出願件数は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定（ジュネーブ改正協定）に基づく国際出願であって日本国を指定締約国とし、かつ国際事務局により国際登録され、国際公表された出願の件数。当該件数については、国際出願の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願として、また、国際公表の日を基準でカウント。
 - 2022年1月1日に発効したハーグ協定の共通規則の改正により国際意匠登録出願の標準公表期間が6か月から12か月に延長されたため、2022年下半年は標準公表された国際登録意匠出願が原則として存在しないことに留意。
 - 日本国特許庁におけるジュネーブ改正協定に基づく国際出願の取扱い開始は、2015年5月13日。

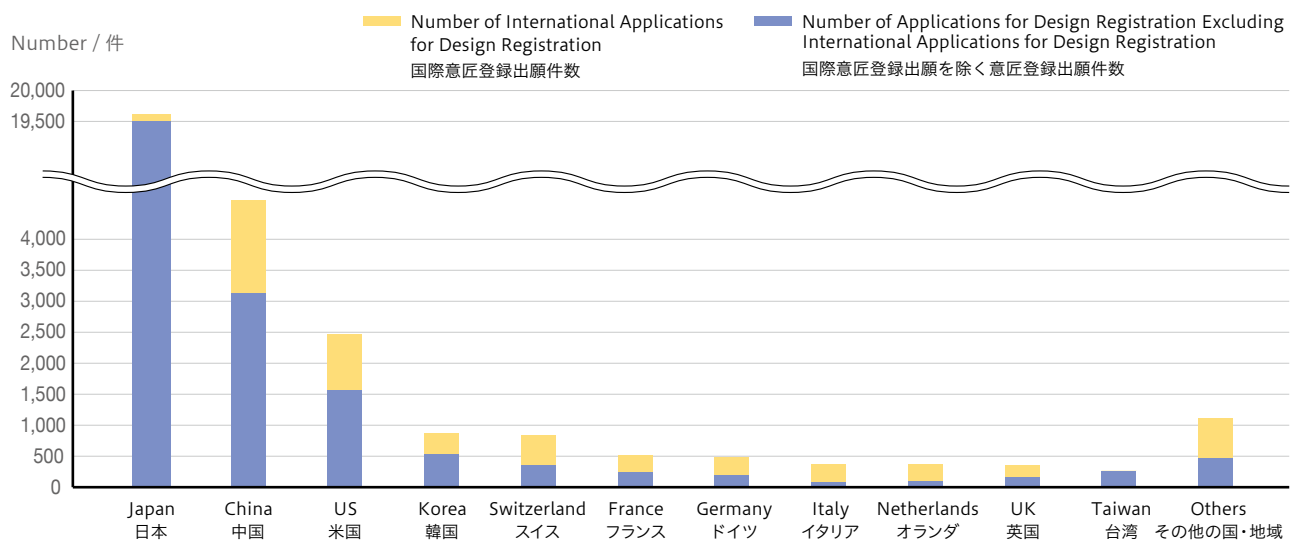
2 Number of Design Registrations / 意匠登録件数

Figure 1-1-18 Number of Design Registrations / 意匠登録件数



3 Number of Applications for Design Registration by Country/Region of Applicant / 出願人国籍・地域別意匠登録出願件数

Figure 1-1-19 Number of Applications for Design Registration by Country/Region of Applicant in 2025 (Top 10 Countries/Regions) / 2025年における出願人国籍・地域別意匠登録出願件数 (上位10か国・地域)



	Japan 日本	China 中国	US 米国	Korea 韓国	Switzerland スイス	France フランス	Germany ドイツ	Italy イタリア	Netherlands オランダ	UK 英国	Taiwan 台湾	Others その他の国・地域
Total Number of Applications for Design Registration 総意匠登録出願件数	19,611	4,643	2,474	865	824	513	474	367	357	337	253	1,085
Number of International Applications for Design Registration 国際意匠登録出願件数	96	1,491	912	344	480	284	284	296	262	189	0	636
Number of Applications for Design Registration Excluding International Applications for Design Registration 国際意匠登録出願を除く意匠登録出願件数	19,565	3,152	1,562	521	344	229	190	71	95	148	253	449

Note: ・ In the case that joint applicants filed, the number of design applications was counted by country/region of the head applicant.
 ・ The number of international applications for design registration was counted according to the residence of the head applicant.

備考: ・ 共同出願については、筆頭出願人の国籍・地域でカウント。
 ・ 国際意匠登録出願については、筆頭出願人の居住国・地域でカウント。

4 Top 10 Companies with the Most Number of Design Registrations (Domestic Companies) / 意匠登録件数上位 10 社 (国内企業)

Figure 1-1-20 Top 10 Companies with the Most Number of Design Registrations in 2025 (Domestic Companies)
2025 年における意匠登録件数上位 10 社 (国内企業)

Top 10 Companies with the Most Number of Design Registrations Excluding International Applications for Design Registration in 2025 (Domestic Companies) / 2025 年における国際意匠登録出願を除く意匠登録件数上位 10 社 (国内企業)

Rank in 2024 前年順位	Rank in 2025 順位	Applicant 出願人	Number of Registrations 登録件数
2	↗	1 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. パナソニック IP マネジメント株式会社	236 (334)
19	↗	2 SANKO Co., Ltd. 三甲株式会社	230 (100)
1	↘	3 OBAYASHI CORPORATION 株式会社大林組	215 (348)
5	↗	4 CAINZ CORPORATION 株式会社カインズ	200 (187)
7	↗	5 Risupack Co., Ltd. リスパック株式会社	198 (181)
3	↘	6 OKAMURA CORPORATION 株式会社オカムラ	184 (229)
24	↗	7 TOYOTA MOTOR CORPORATION トヨタ自動車株式会社	173 (93)
30	↗	8 Gifu Plastic Industry Co., Ltd. 岐阜プラスチック工業株式会社	165 (85)
11	↗	9 MTG Co., Ltd. 株式会社 MTG	159 (139)
9	↘	10 FP Corporation 株式会社エフピコ	154 (156)

Top 10 Companies with the Most Number of Design Registrations Based on International Applications for Design Registration in 2025 (Domestic Companies) / 2025 年における国際意匠登録出願の意匠登録件数上位 10 社 (国内企業)

Rank in 2024 前年順位	Rank in 2025 順位	Applicant 出願人	Number of Registrations 登録件数
2	↗	1 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION	15 (8)
5	↗	2 HAKUSAN INC.	10 (3)
1	↘	2 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.	10 (10)
-	↗	4 ABHERI CORP.	8 (0)
-	↗	5 KOKUSAI KEISOKUKI KABUSHIKI KAISHA	6 (0)
-	↗	6 HOSHINO GAKKI CO., LTD.	4 (0)
12	↗	7 FINETODAY CO., LTD.	3 (1)
-	↗	7 IWAKO CO., LTD.	3 (0)
12	↗	7 OMRON HEALTHCARE CO., LTD.	3 (1)
-	↗	7 OTSUKA HOLDINGS CO., LTD	3 (0)
-	↗	7 PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD	3 (0)
5	↘	7 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED	3 (3)
-	↗	7 TETSUYA ITOH	2 (0)

Note: • The figures in parentheses are for 2024.

• In the case that joint applicants filed, each applicant was counted.

備考: • 表中括弧内は 2024 年。

• 共同出願については、それぞれの出願人でカウント。

5 Top 10 Companies with the Most Number of Design Registrations (Foreign Companies) / 意匠登録件数上位 10 社 (国外企業)

Figure 1-1-21 Top 10 Companies with the Most Number of Design Registrations in 2025 (Foreign Companies)
 2025 年における意匠登録件数上位 10 社 (国外企業)

Top 10 Companies with the Most Number of Design Registrations Excluding International Applications for Design Registration in 2025 (Foreign Companies) / 2025 年における国際意匠登録出願を除く意匠登録件数上位 10 社 (国外企業)

Rank in 2024 前年順位	Rank in 2025 順位	Applicant 出願人	Number of Registrations 登録件数
1	→ 1	Apple Inc. アップル インコーポレイテッド	395 (287)
2	→ 2	Huawei Technologies Co., Ltd. 華為技術有限公司	188 (147)
6	↗ 3	Harry Winston SA ハリー・ウィンストン・エス アー	114 (71)
5	↗ 4	Louis Vuitton Malletier ルイ ヴィトン マルシェ	80 (78)
11	↗ 5	Anker Innovations Co., Ltd. 安克創新科技股▲ふん▼有限公司	63 (40)
-	↗ 6	Brady Worldwide, Inc. ブレディ ワールドワイド インコーポレイテッド	55 (0)
59	↗ 7	Guangdong Aoyun Technology Co., Ltd. 広東澳運科技有限公司	49 (13)
8	→ 8	Ugreen Group Ltd. 深▲セン▼市緑聯科技股▲フン▼有限公司	48 (48)
-	↗ 9	Dyson Technology Limited ダイソン・テクノロジー・リミテッド	47 (51)
476	↗ 10	SANOFI サノファイ	41 (2)

Top 10 Companies with the Most Number of Design Registrations Based on International Applications for Design Registration in 2025 (Foreign Companies) / 2025 年における国際意匠登録出願の意匠登録件数上位 10 社 (国外企業)

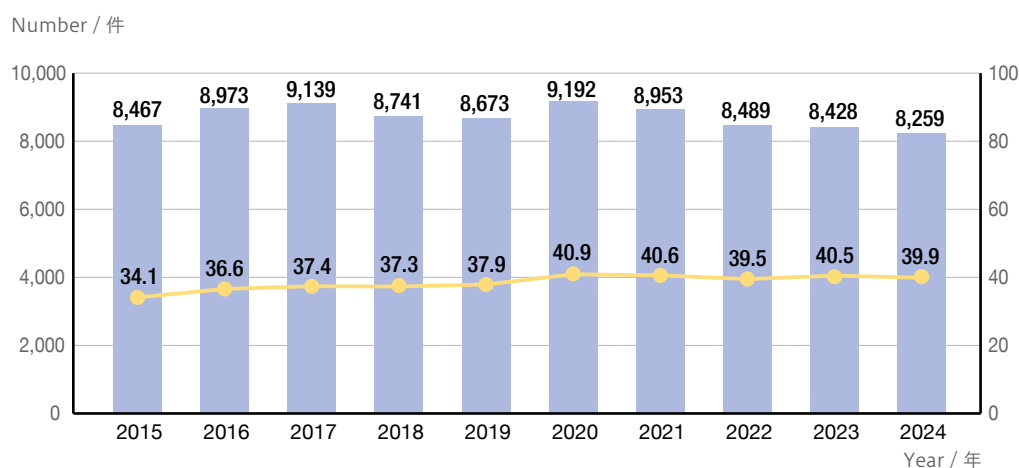
Rank in 2024 前年順位	Rank in 2025 順位	Applicant 出願人	Number of Registrations 登録件数
6	↗ 1	Beijing Roborock Technology Co., Ltd.	244 (60)
3	↗ 2	Koninklijke Philips N.V.	170 (110)
13	↘ 3	Ferrari S.p.A.	98 (29)
-	↗ 4	Geske GmbH	69 (0)
8	↗ 4	The Procter & Gamble Company	69 (50)
2	↘ 6	LG Electronics Inc.	65 (129)
1	↘ 7	Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft	58 (146)
-	↗ 8	Zhejiang Qicheng Intelligent Technology Co., Ltd.	48 (0)
-	↗ 9	Richemont International SA	46 (3)
11	↗ 9	Shenzhen Shokz Co., Ltd.	46 (32)

Note: ・ The figures in parentheses are for 2024.
 ・ In the case that joint applicants filed, each applicant was counted.

備考: ・ 表中括弧内は 2024 年。
 ・ 共同出願については、それぞれの出願人でカウント。

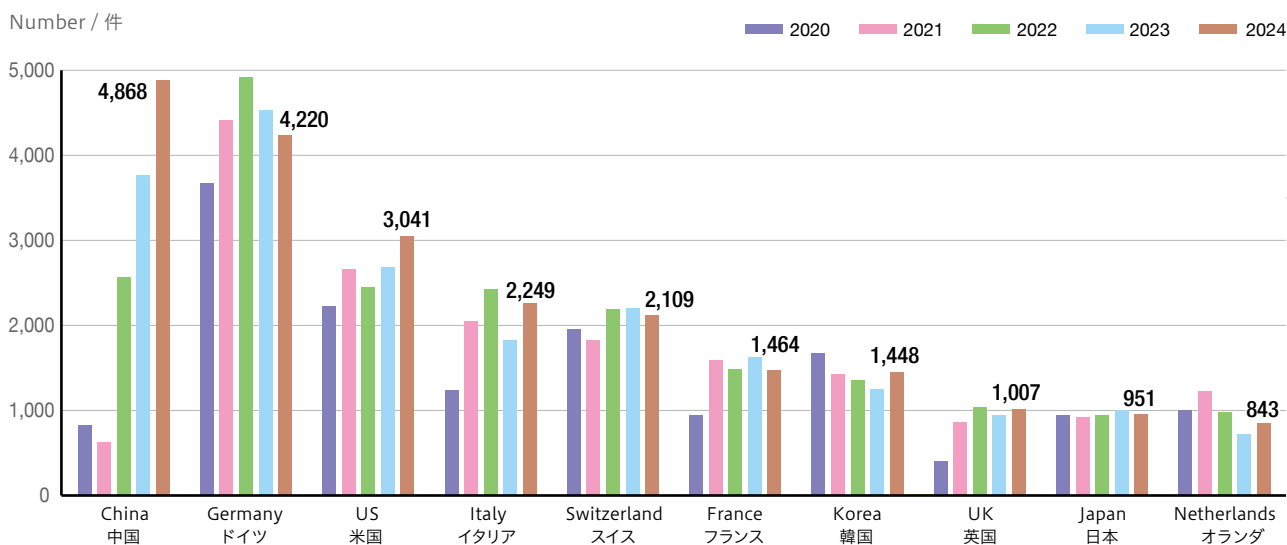
6 Number of Applications for Design Registration Filed by SMEs in Japan and Percentage of Total Applications / 日本の中小企業の意匠登録出願件数と比率

Figure 1-1-22 Number of Applications for Design Registration Filed by SMEs in Japan and Percentage of Total Applications
日本の中小企業の意匠登録出願件数と比率



7 Number of International Applications (Design) / 国際登録出願 (意匠) 件数等

Figure 1-1-23 Number of Designs Included in International Applications by Applicant's Country of Residence
出願人居住国別の国際出願に含まれる意匠数



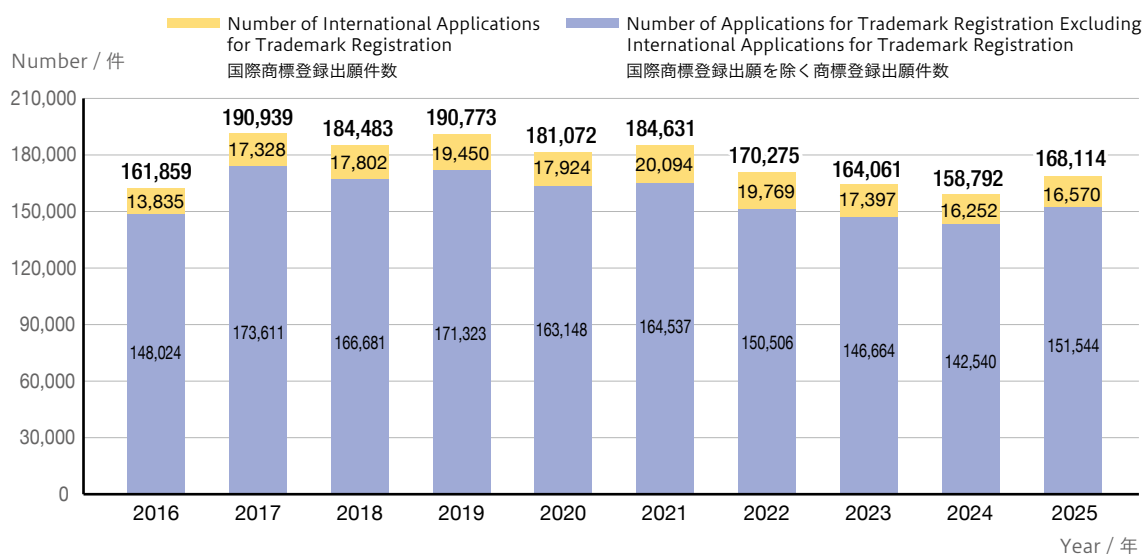
Source: This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics.

資料: WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

4 Trademarks / 商標

1 Number of Trademark Applications / 商標登録出願件数

Figure 1-1-24 Number of Applications for Trademark Registration / 商標登録出願件数

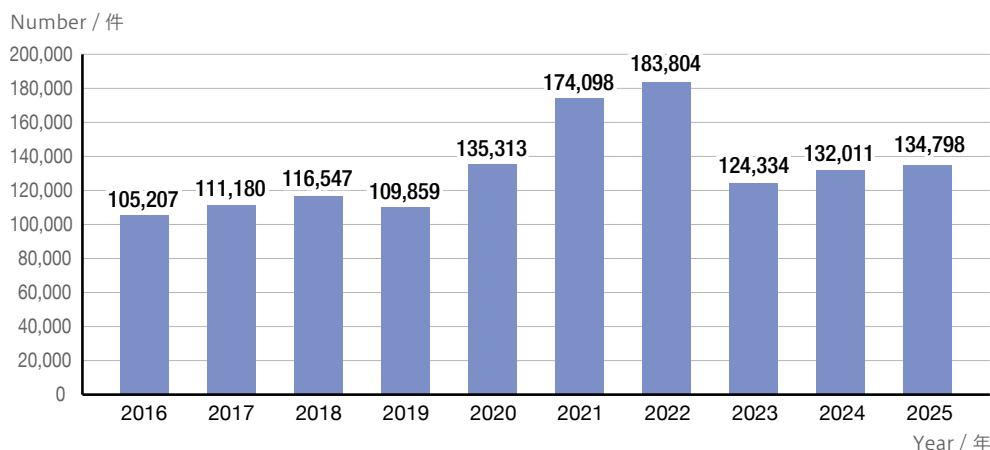


Note: ・ The number of applications for trademark registration includes applications for defensive trademark registration and applications for renewal based on defensive trademark registration.
 ・ The number of international applications for trademark registration is the number of international applications under the Protocol Relating to the Madrid Agreement which designates Japan and for which their designated states were notified to the JPO. The number of applications was counted according to the date of the notification.

備考: ・ 商標登録出願件数は、防護標章登録出願及び防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願を含む。
 ・ 国際商標登録出願件数は、マドリッド協定議定書に基づく国際出願であって日本国を指定し、かつ領域指定の通報が日本国特許庁に行われた出願の件数。当該件数については、領域指定の通報が日本国特許庁に行われた日を基準にカウント。

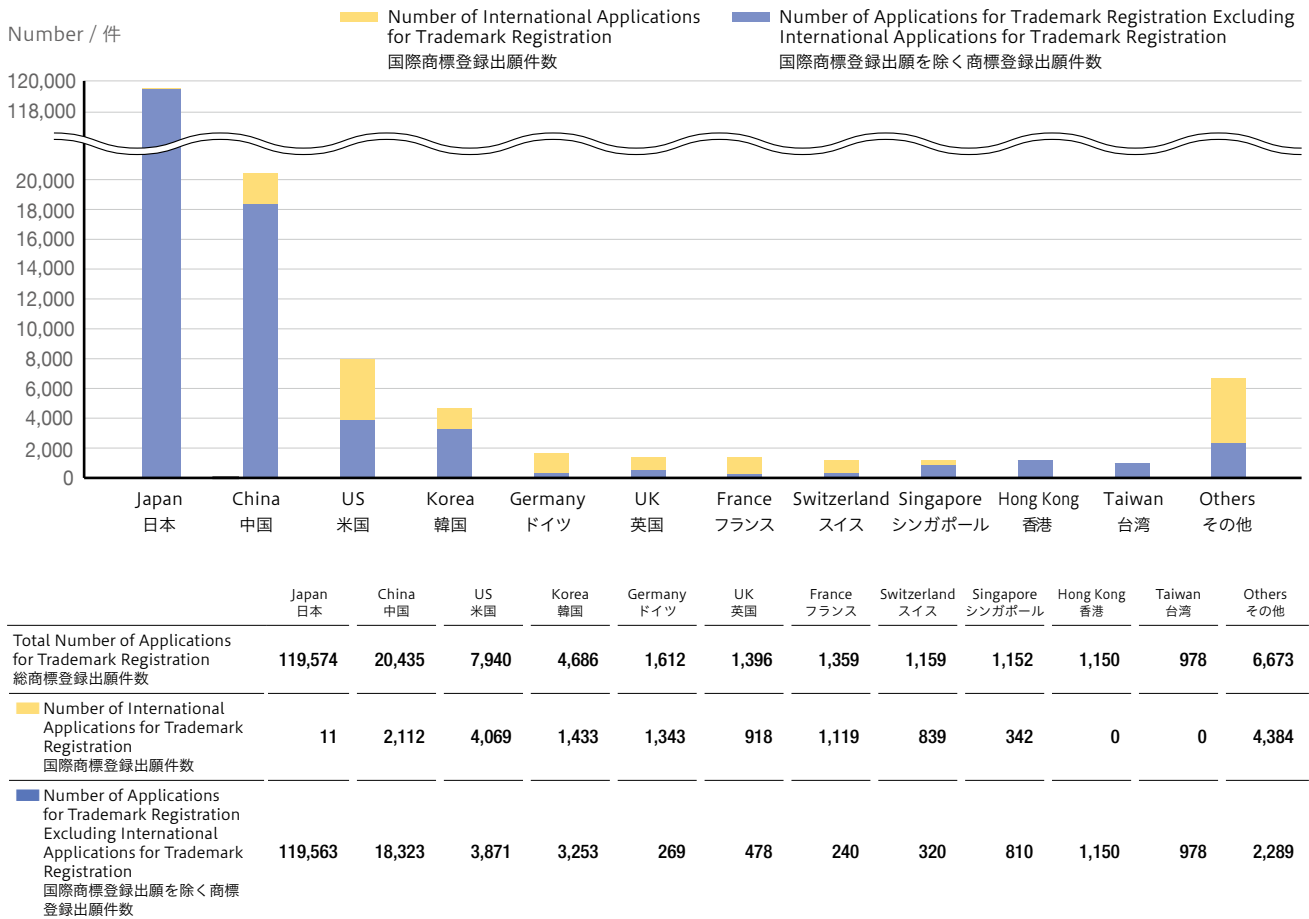
2 Number of Trademark Registrations / 商標登録件数

Figure 1-1-25 Number of Trademark Registrations / 商標登録件数



3 Number of Applications for Trademark Registration by Country/Region of Applicant / 出願人国籍・地域別商標登録出願件数

Figure 1-1-26 Number of Applications for Trademark Registration by Country/Region of Applicant in 2025 (Top 10 Countries/Regions) / 2025 年における出願人国籍・地域別商標登録出願件数 (上位 10 か国・地域)



Note: • In the case that joint applicants filed, the number of trademark applications was counted by country/region of the head applicant.
 • The number of international applications for trademark registration was counted according to the residence of the head applicant.
 • The number of international applications for trademark registration is the number of international applications under the Protocol Relating to the Madrid Agreement which designates Japan and for which their designated states were notified to the JPO. The number of applications was counted according to the date of the notification.

備考: • 共同出願については、筆頭出願人の国籍・地域でカウント。
 • 国際商標登録出願については、筆頭出願人の居住国・地域でカウント。
 • 国際商標登録出願件数は、マドリッド協定議定書に基づく国際出願であって日本国を指定し、かつ領域指定の通報が日本国特許庁に行われた出願の件数。当該件数については、領域指定の通報が日本国特許庁に行われた日を基準にカウント。

4 Top 10 Companies with the Most Number of Trademark Registrations (Domestic Companies) / 商標登録件数上位10社(国内企業)

Figure 1-1-27 Top 10 Companies with the Most Number of Trademark Registrations in 2025 (Domestic Companies)
 2025年における商標登録件数上位10社(国内企業)

Rank in 2024 前年順位		Rank in 2025 順位	Applicant 出願人	Number of Registrations 登録件数
1	→	1	Kao Corporation 花王株式会社	503 (447)
2	→	2	KOSÉ Corporation 株式会社コーセー	451 (426)
3	→	3	Shiseido Company, Limited 株式会社資生堂	298 (370)
4	→	4	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 小林製薬株式会社	263 (252)
10	↗	5	Cosme Company Co., Ltd. コスメカンパニー株式会社	228 (136)
13	↗	6	Hiyou Shoji Co., Ltd. 飛揚商事株式会社	194 (123)
6	↘	7	Suntory Holdings Limited サントリーホールディングス株式会社	194 (186)
5	↘	8	Panasonic Holdings Corporation パナソニックホールディングス株式会社	191 (229)
8	↘	9	Nippon Menard Cosmetic Co., Ltd. 日本メナード化粧品株式会社	183 (145)
165	↗	10	Midori Anzen Co., Ltd. ミドリ安全株式会社	167 (34)

Note: ・The figures in parentheses are for 2024.

・In the case that joint applicants filed, each applicant was counted.

備考: ・表中括弧内は2024年の件数。

・共同出願については、それぞれの出願人でカウント。

5 Top 10 Companies with the Most Number of Trademark Registrations (Foreign Companies) / 商標登録件数上位10社(国外企業)

Figure 1-1-28 Top 10 Companies with the Most Number of Trademark Registrations in 2025 (Foreign Companies)
 2025年における商標登録件数上位10社(国外企業)

Rank in 2024 前年順位		Rank in 2025 順位	Applicant 出願人	Number of Registrations 登録件数
2	↗	1	LG H&H Co., Ltd. 株式会社エルジ生活健康	176 (104)
145	↗	2	JYP Entertainment Corporation ジェイワイビィ エンターテイメント コーポレーション	74 (9)
21	↗	3	Karsten Manufacturing Corporation カーステン マニュファクチュアリング コーポレーション	69 (23)
1	↘	4	Pfizer Inc. ファイザー・インク	62 (119)
6	↗	5	Amazon Technologies, Inc. アマゾン テクノロジーズ インコーポレイテッド	57 (42)
58	↗	6	British American Tobacco (Brands) Limited ブリティッシュ・アメリカン・タバコ (ブランド) リミテッド	51 (15)
3	↘	7	Philip Morris Products S.A. フィリップ モリス プロダクツ エス アー	48 (79)
49	↗	8	Novartis AG ノバルティス アクチエンゲゼルシャフト	43 (16)
10	↗	9	Bristol-Myers Squibb Company ブリストル・マイヤーズ スクイブ カンパニー	42 (35)
25	↗	9	Target Brands, Inc. ターゲット ブランズ インコーポレイテッド	42 (22)

Note: ・The figures in parentheses are for 2024.

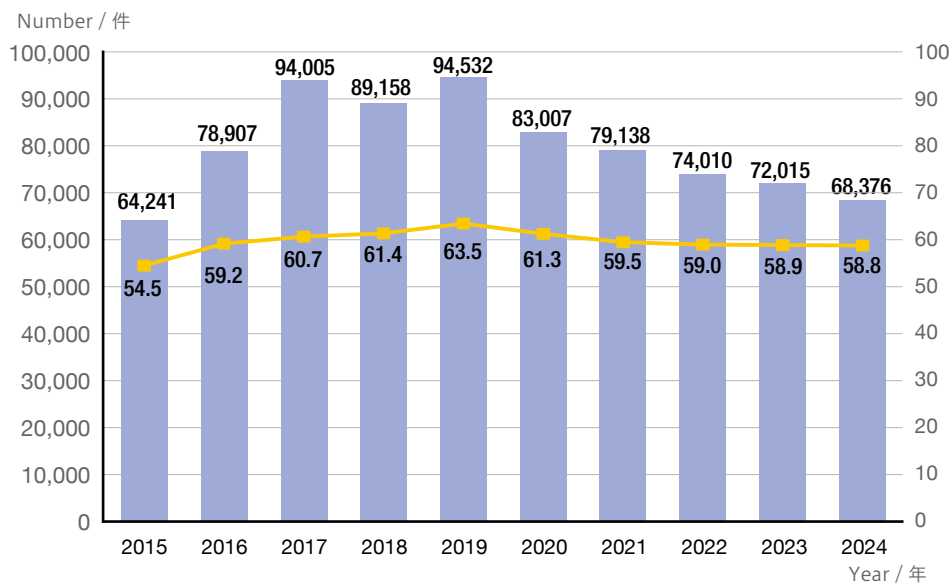
・In the case that joint applicants filed, each applicant was counted.

備考: ・表中括弧内は2024年の件数。

・共同出願については、それぞれの出願人でカウント。

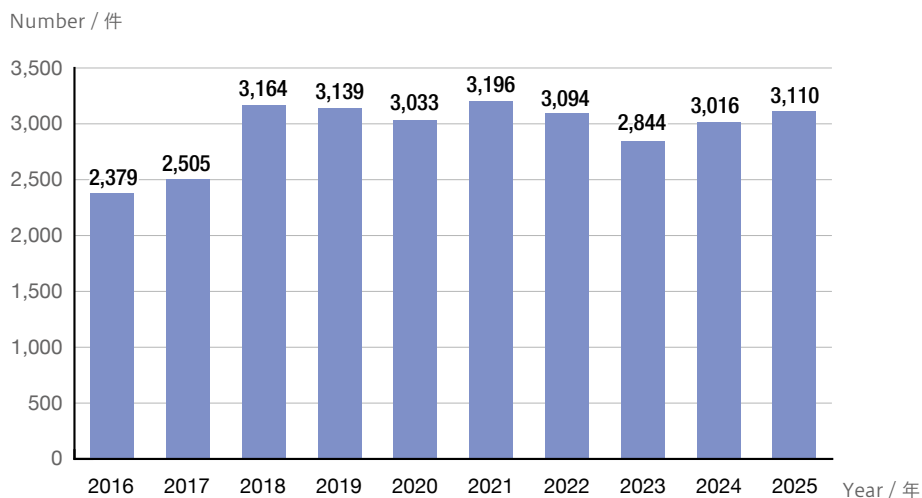
6 Number of Applications for Trademark Registration Filed by SMEs in Japan and Percentage of Total Applications / 日本の中小企業の商標登録出願件数と比率

Figure 1-1-29 Number of Applications for Trademark Registration Filed by SMEs in Japan and Percentage of Total Applications / 日本の中小企業の商標登録出願件数と比率



7 Number of International Applications (Trademark) / 国際登録出願 (商標) 件数

Figure 1-1-30 Number of International Applications Filed through the JPO as the Office of Origin, under the Protocol Relating to the Madrid Agreement / 日本国特許庁を本国官庁とするマドリッド協定議定書に基づく国際出願件数



Note: ・ An international application filed through the JPO as the office of origin, under the Protocol Relating to the Madrid Agreement, means an application for international registration set forth in Article 68-2 of the Trademark Act of Japan.

備考: ・ 日本国特許庁を本国官庁とするマドリッド協定議定書に基づく国際出願とは、商標法第 68 条の 2 の国際登録出願。

5 Trials and Appeals / 審判

1 Statistics Related to Appeal against an Examiner's Decision of Refusal / 拒絶査定不服審判関連統計

Figure 1-1-31 Number of Requests for Appeal against an Examiner's Decision of Refusal
拒絶査定不服審判請求件数

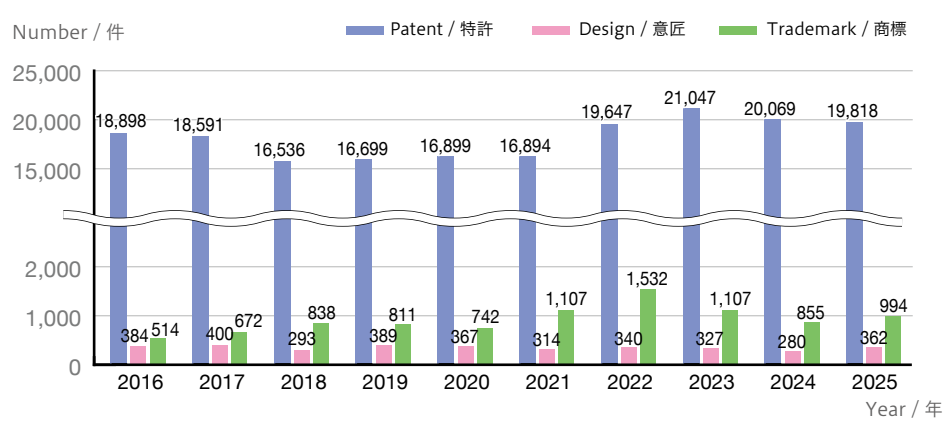
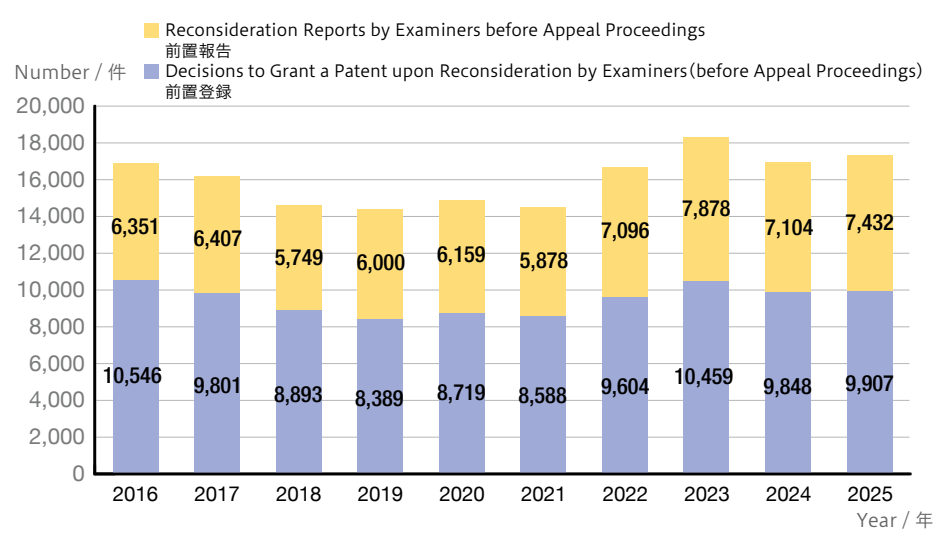
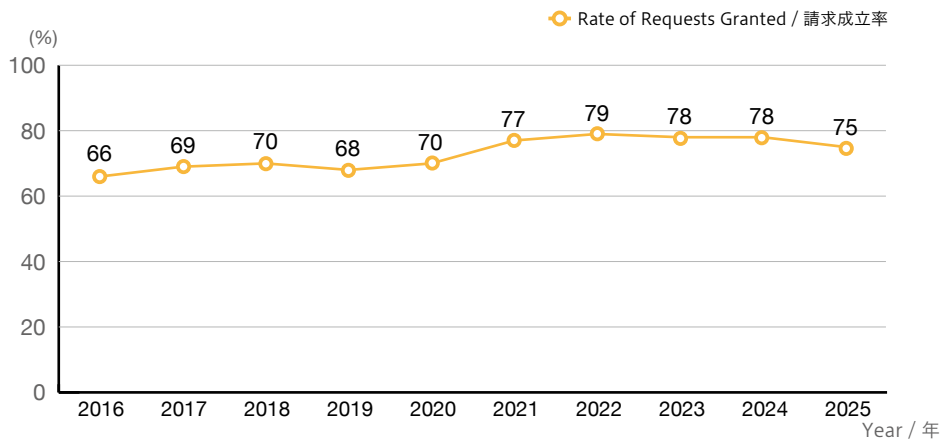


Figure 1-1-32 Result of Reconsideration by Examiners before Appeal Proceedings (Patents)
前置審査結果（特許）



Chapter 1 第1章

Figure 1-1-33 Rate of Requests Granted in Appeal against an Examiner's Decision of Refusal Cases (Patents)
拒絶査定不服審判事件における請求成立率（特許）

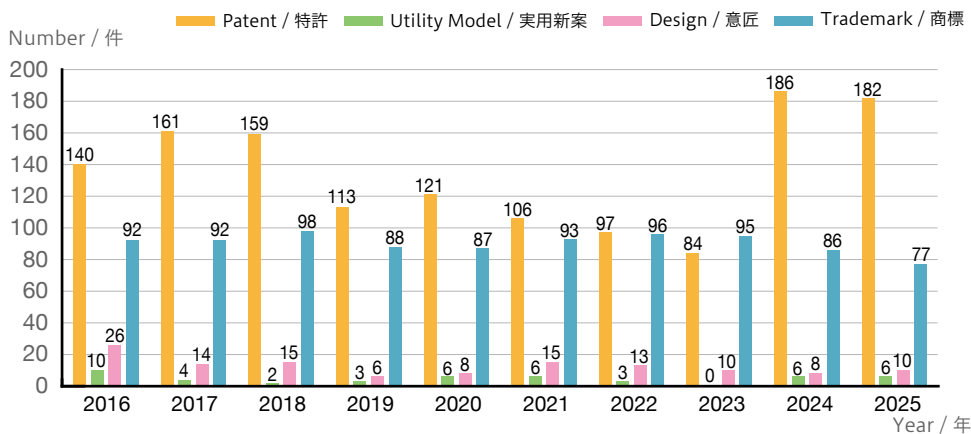


Note: ・ Rate of Requests Granted = Number of requests granted / (number of requests granted + number of requests not granted)
 “Number of requests granted” does not include the number of “decisions to grant a patent upon reconsideration by examiners.” “Number of requests not granted” includes the number of “dismissals.”

備考：・ 請求成立率 = 請求成立件数 / (請求成立件数 + 請求不成立件数)
 「請求成立件数」は、前置登録件数を含まない。「請求不成立件数」は却下件数を含む。

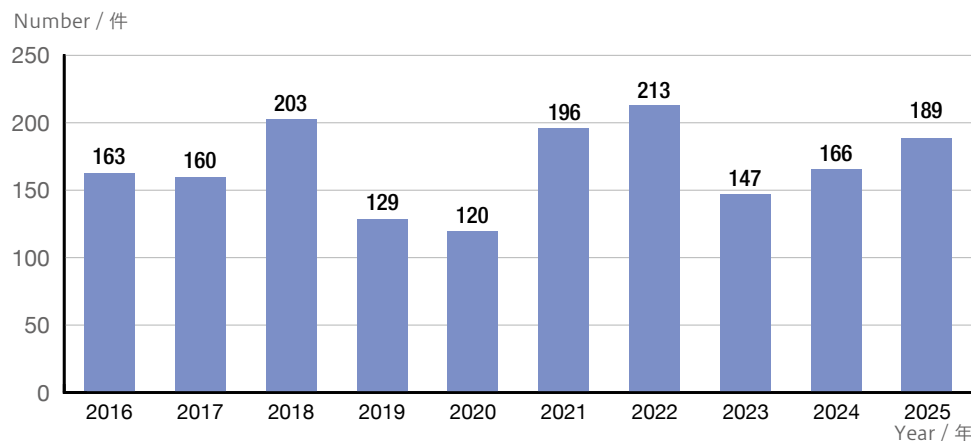
2 Number of Requests for Trial for Invalidation / 無効審判請求件数

Figure 1-1-34 Number of Requests for Trial for Invalidation / 無効審判請求件数



3 Number of Requests for Trial for Correction / 訂正審判請求件数

Figure 1-1-35 Number of Requests for Trial for Correction / 訂正審判請求件数

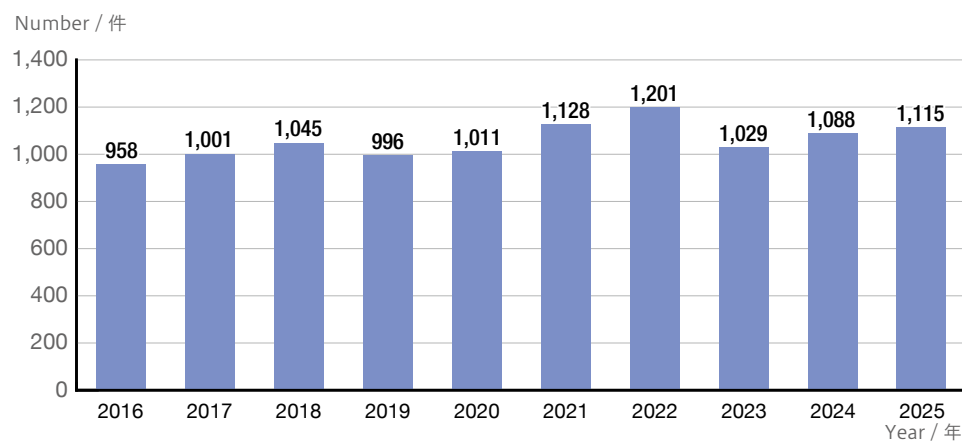


Note: ・The number of requests for trial for correction is the total number of requests for both patents and former utility models (i.e., utility models filed prior to the enforcement date of the 1993 amendment of the Utility Model Act of Japan).
 ・No request for trial for correction has been filed for former utility models since 2013.

備考：・訂正審判請求件数は、特許及び旧実用新案（平成5年改正実用新案法の施行日前（1993年以前）に出願された実用新案）の合計。
 ・旧実用新案については、2013年以降請求されていない状況。

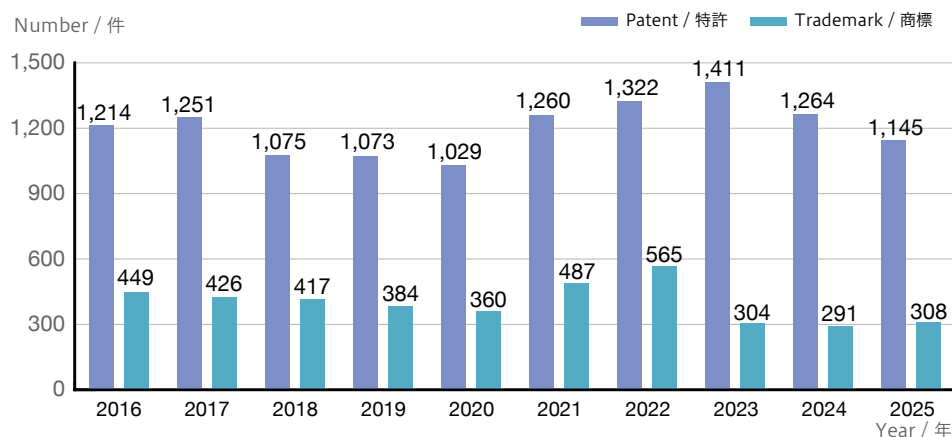
4 Number of Requests for Trial for Rescission / 取消審判請求件数

Figure 1-1-36 Number of Requests for Trial for Rescission of Registration of Trademark / 取消審判（商標）請求件数



5 Number of Oppositions / 異議申立件数

Figure 1-1-37 Number of Oppositions (based on the number of rights opposed) / 異議申立件数 (権利単位)

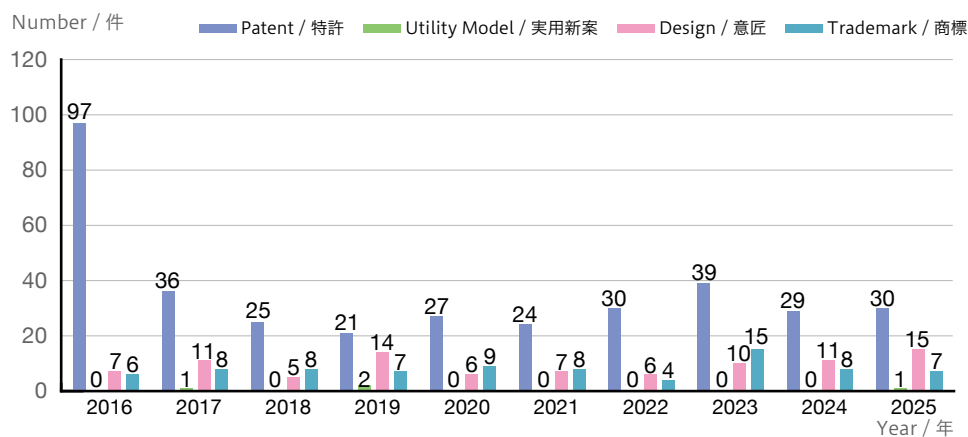


Note: ・ The system of opposition to grant of patent entered into force on April 1, 2015.

備考: ・ 特許の異議申立制度は、2015年4月1日開始。

6 Number of Requests for Hantei (Advisory Opinion) / 判定請求件数

Figure 1-1-38 Number of Requests for Hantei (Advisory Opinion) / 判定請求件数



Note: ・ Hantei (Advisory Opinion) is a system in which the JPO determines the possibility of infringement of the subject article concerning the scope of rights.

備考: ・ 「判定」とは、特許庁が権利の範囲等に対し、判定対象の権利侵害の可能性について判断を示す制度。

7 Number of Revocation Actions against Trial/Appeal Decisions 出訴件数

Figure 1-1-39 Number of Revocation Actions against Trial/Appeal Decisions in 2025
2025 年における審決取消訴訟出訴件数

	Patent and Utility Model 特許・実用新案	Design 意匠	Trademark 商標
Ex-parte appeal 査定系審判	19 (17)	5 (2)	24 (24)
Inter-partes trial 当事者系審判	47 (24)	2 (1)	21 (42)
Opposition 異議申立	3 (4)	—	1 (1)

Note: ・ The figures in parentheses are for 2024.

- ・ Ex-parte appeal includes appeal against an examiner's decision of refusal and appeal against an examiner's decision to dismiss an amendment.
- ・ Inter-partes trial includes trial for invalidation, trial for rescission, and trial for correction.

備考：・表中括弧内は、2024 年の件数。

- ・ 査定系審判は、拒絶査定不服審判、補正却下不服審判を含む。
- ・ 当事者系審判は、無効審判、取消審判、訂正審判を含む。

8 Number of Court Decisions / 判決件数

Figure 1-1-40 Number of Court Decisions on Revocation Actions against Trial/Appeal Decisions in 2025
2025 年における審決取消訴訟判決件数

	Patent and Utility Model 特許・実用新案		Design 意匠		Trademark 商標	
	Dismissal of Request 請求棄却	Revocation of Decision 審決取消	Dismissal of Request 請求棄却	Revocation of Decision 審決取消	Dismissal of Request 請求棄却	Revocation of Decision 審決取消
Ex-parte appeal 査定系審判	8 (17)	1 (4)	1 (1)	0 (0)	17 (22)	3 (3)
Inter-partes trial 当事者系審判	18 (22)	6 (15)	3 (1)	0 (0)	30 (19)	14 (4)
Opposition 異議申立	3 (6)	0 (3)	—	—	2 (1)	0 (0)

Note: ・ The figures in parentheses are for 2024.

- ・ Ex-parte appeal includes appeal against an examiner's decision of refusal and appeal against an examiner's decision to dismiss an amendment.
- ・ Inter-partes trial includes trial for invalidation, trial for rescission, and trial for correction.

備考：・表中括弧内は、2024 年の件数。

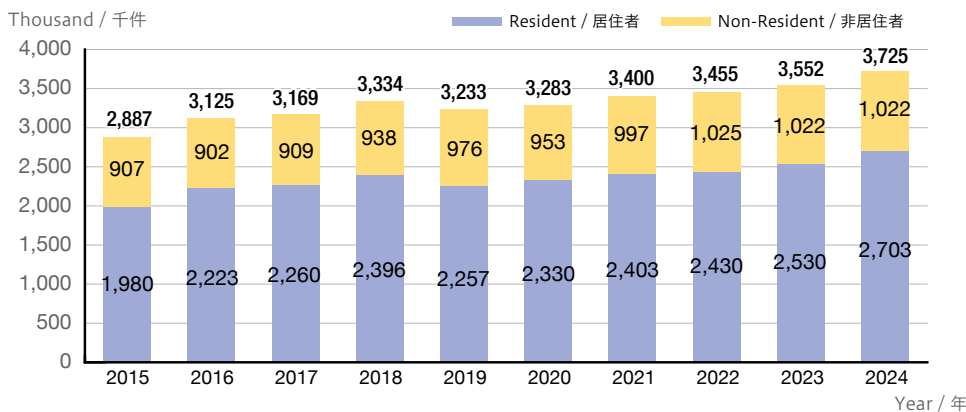
- ・ 査定系審判は、拒絶査定不服審判、補正却下不服審判を含む。
- ・ 当事者系審判は、無効審判、取消審判、訂正審判を含む。

Trends in Intellectual Property Worldwide 世界の知財動向

1 Patents / 特許

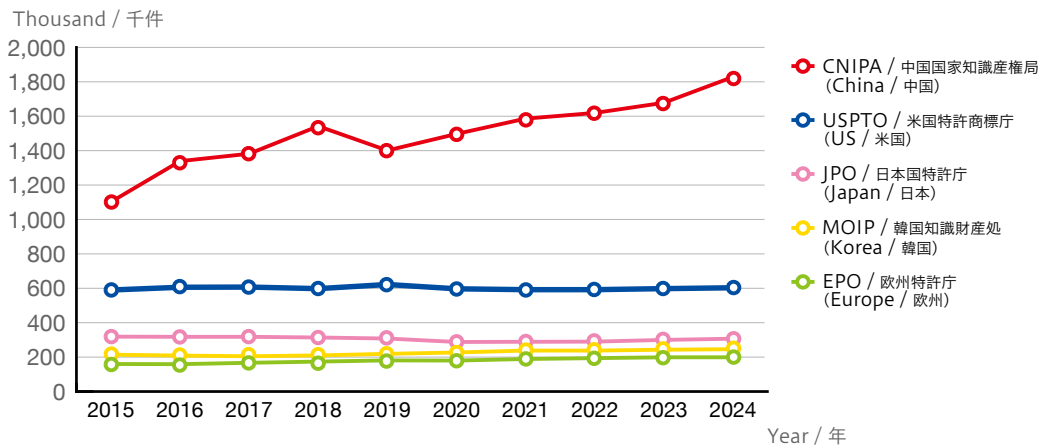
1 Patent Applications filed worldwide / 世界の特許出願

Figure 1-2-1 Number of Patent Applications in the World / 世界の特許出願件数



Source: This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics.
資料: WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

Figure 1-2-2 Number of Patent Applications Filed with the IP5 Offices / 五庁 (IP5) の特許出願件数

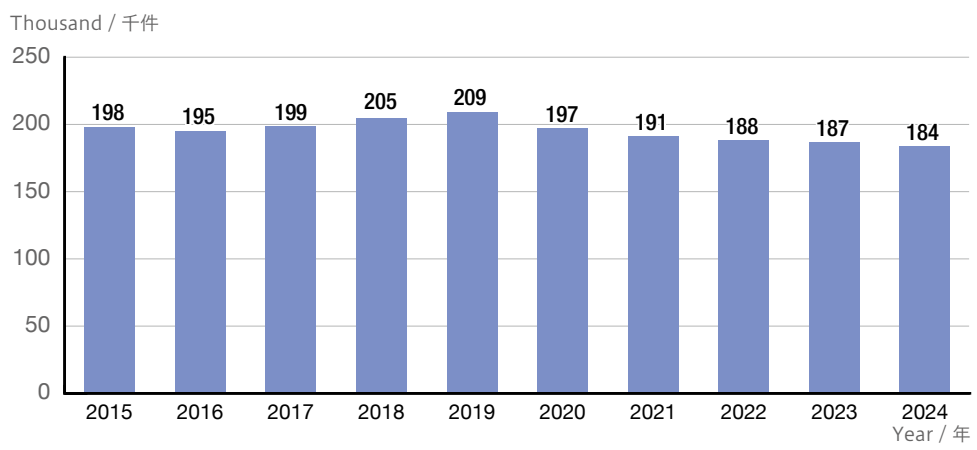


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
● CNIPA / 中国国家知識産権局	1,102	1,339	1,382	1,542	1,401	1,497	1,586	1,619	1,678	1,828
● USPTO / 米国特許商標庁	590	606	607	598	622	597	592	592	598	603
● JPO / 日本国特許庁	319	318	318	314	308	288	289	290	300	307
● MOIP / 韓国知識財産処	214	209	205	210	219	227	238	238	243	246
● EPO / 欧州特許庁	160	159	167	174	181	180	189	194	199	199

Source: This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics for EPO, MOIP, CNIPA, and USPTO.

資料: EPO, MOIP, CNIPA, USPTO: WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

Figure 1-2-3 Number of Patent Applications Filed with Foreign IP Offices by Residents of Japan
日本居住者の海外への特許出願件数

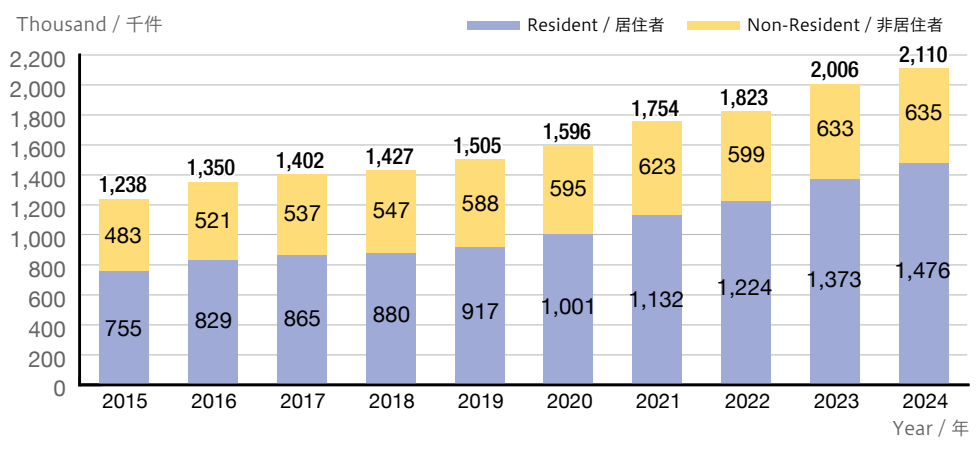


Source: · This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics.

資料：・WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

2 Patents Registered worldwide / 世界の特許登録

Figure 1-2-4 Number of Patent Registrations in the World / 世界の特許登録件数

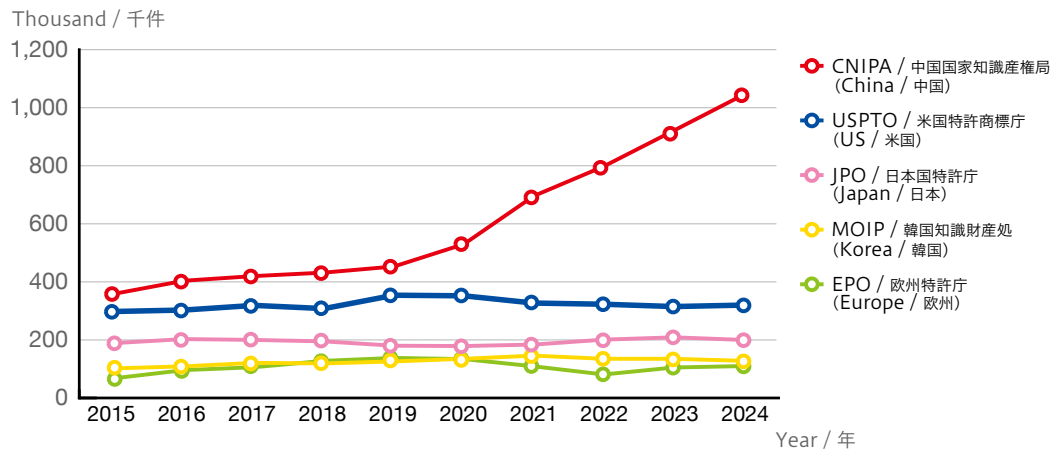


Source: · This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics.

資料：・WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

Chapter 1 第2章

Figure 1-2-5 Number of Patent Registrations Filed with the IP5 Offices / IP5 の特許登録件数

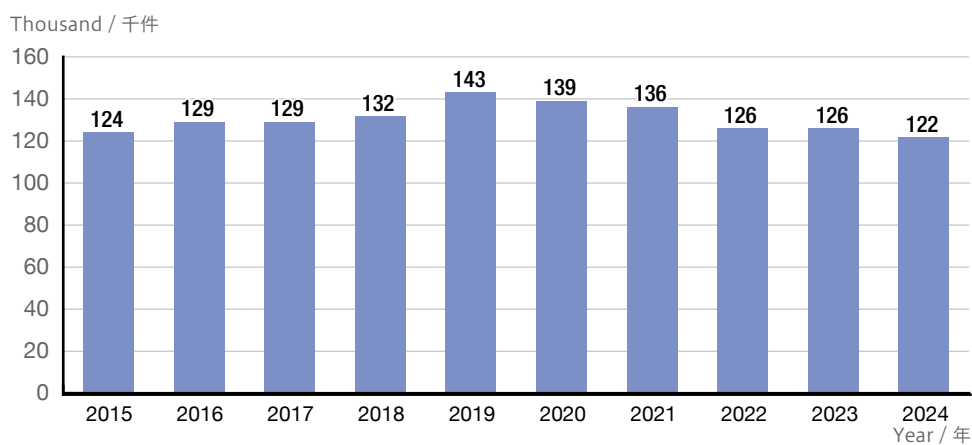


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
● CNIPA / 中国国家知識産権局	359	404	420	432	453	530	696	798	921	1,045
● USPTO / 米国特許商標庁	298	303	319	308	354	352	327	323	315	320
● JPO / 日本国特許庁	189	203	200	195	180	179	184	201	209	200
● MOIP / 韓国知識財産処	102	109	121	119	126	135	146	135	135	128
● EPO / 欧州特許庁	68	96	106	128	138	134	109	81	105	110

Source: ・ This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics for EPO, MOIP, CNIPA, and USPTO.

資料: ・ EPO, MOIP, CNIPA, USPTO: WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

Figure 1-2-6 Number of Patent Registrations Filed with Foreign IP Offices by Residents of Japan
日本居住者の海外での特許登録件数



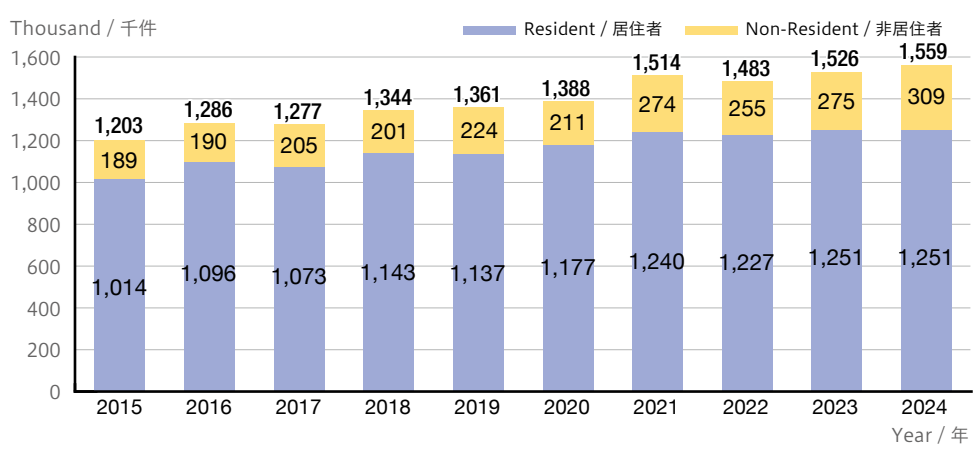
Source: ・ This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics.

資料: ・ WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

2 Designs / 意匠

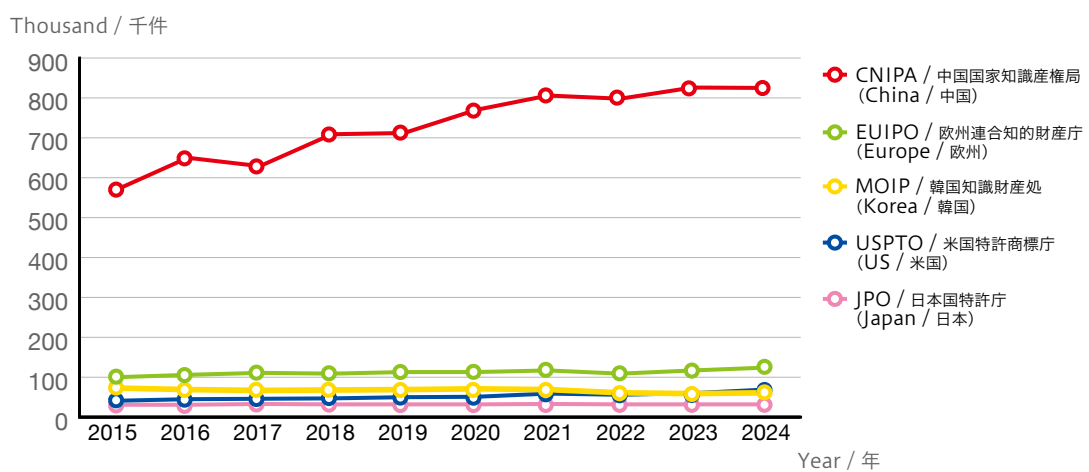
1 Worldwide Design Applications / 世界の意匠登録出願

Figure 1-2-7 Number of Designs in Applications for Design Registration in the World / 世界の意匠登録出願の意匠数



Source: This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics.
 資料: WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

Figure 1-2-8 Number of Designs in Applications for Design Registration Filed with the ID5 Offices / 意匠五庁 (ID5) の意匠登録出願の意匠数

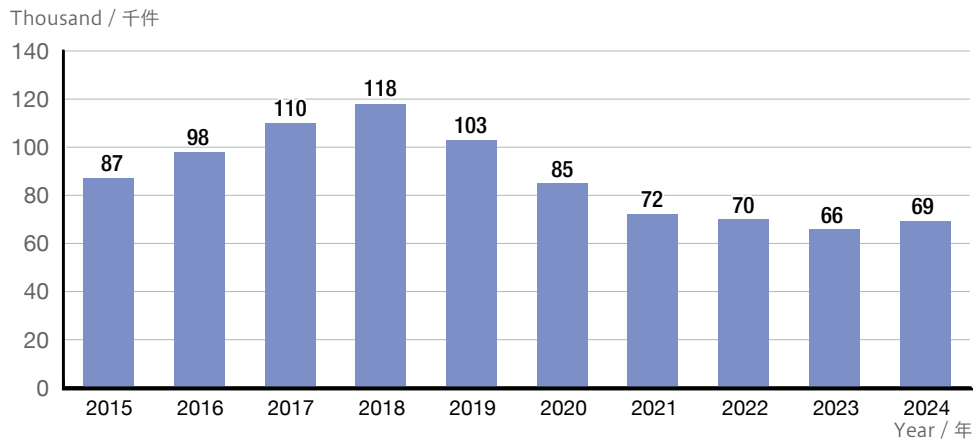


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CNIPA / 中国国家知識産権局 (China / 中国)	569	650	629	709	712	770	806	798	826	825
EUIPO / 欧州連合知的財産庁 (Europe / 欧州)	100	106	111	109	113	113	117	109	117	124
MOIP / 韓国知識財産処 (Korea / 韓国)	73	69	67	68	69	71	69	61	59	61
USPTO / 米国特許商標庁 (US / 米国)	41	45	46	47	50	51	59	56	60	69
JPO / 日本国特許庁 (Japan / 日本)	31	31	33	32	32	32	33	32	32	32

Source: This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics for EUIPO, MOIP, CNIPA, and USPTO.
 資料: EUIPO, MOIP, CNIPA, USPTO: WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

Chapter 1 第2章

Figure 1-2-9 Number of Designs in Applications for Design Registration Filed with Foreign IP Offices by Residents of Japan
日本居住者の海外への意匠登録出願の意匠数

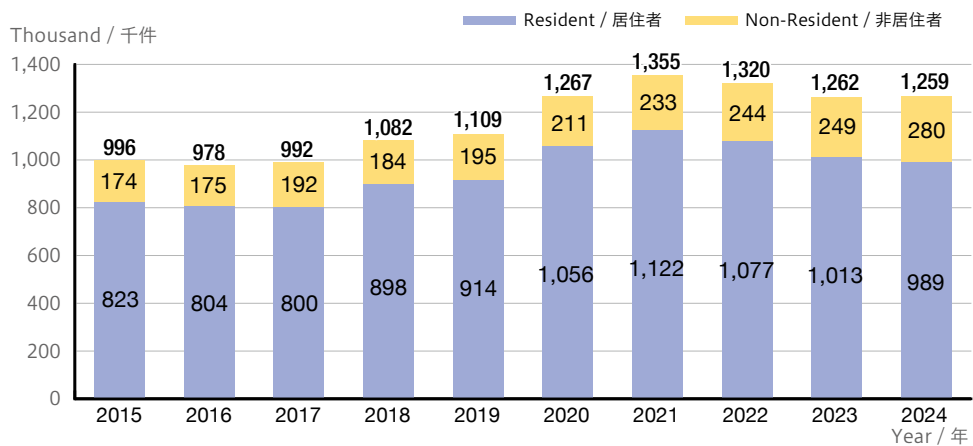


Source: · This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics.

資料: · WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

2 Worldwide Design registrations / 世界の意匠登録

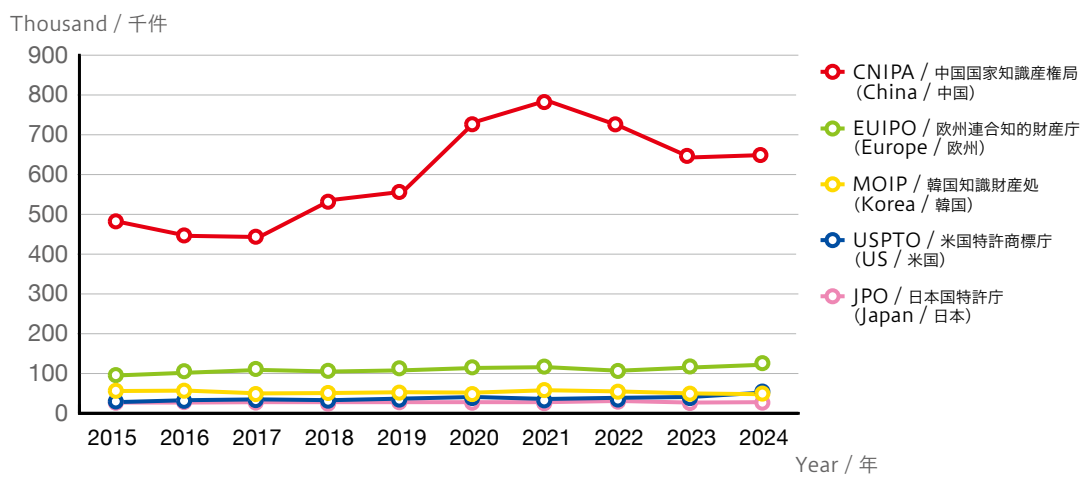
Figure 1-2-10 Number of Designs in Design Registrations in the World / 世界の意匠登録の意匠数



Source: · This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics.

資料: · WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

Figure 1-2-11 Number of Designs in Design Registrations Filed with the ID5 Offices
ID5 の意匠登録の意匠数

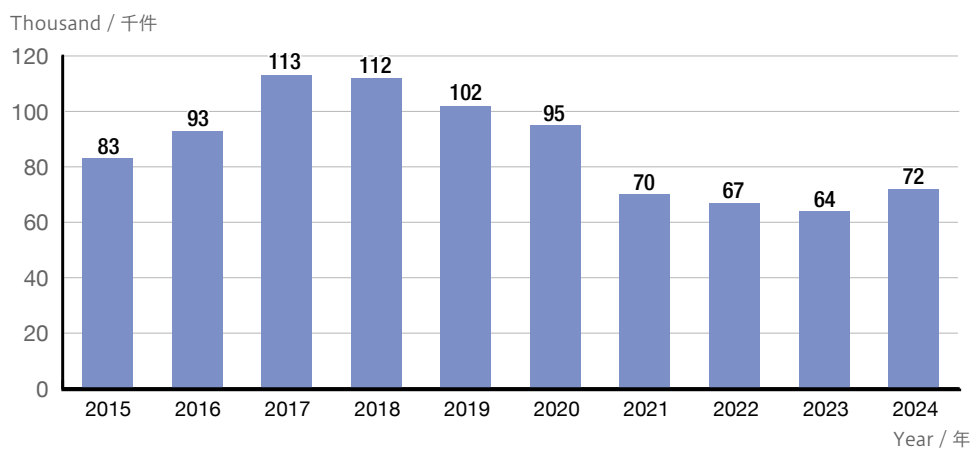


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
● CNIPA / 中国国家知識産権局	483	446	443	536	557	732	786	723	643	649
● EUIPO / 欧州連合知的財産庁	95	102	109	105	108	114	116	107	115	122
● MOIP / 韓国知識財産処	56	57	50	51	53	52	58	55	50	48
● USPTO / 米国特許商標庁	28	33	35	33	37	41	36	39	41	52
● JPO / 日本国特許庁	27	27	28	28	28	28	28	31	27	28

Source: This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics for EUIPO, MOIP, CNIPA, and USPTO.

資料: EUIPO, MOIP, CNIPA, USPTO: WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

Figure 1-2-12 Number of Designs in Design Registrations Filed with Foreign IP Offices by Residents of Japan
日本居住者の海外での意匠登録の意匠数



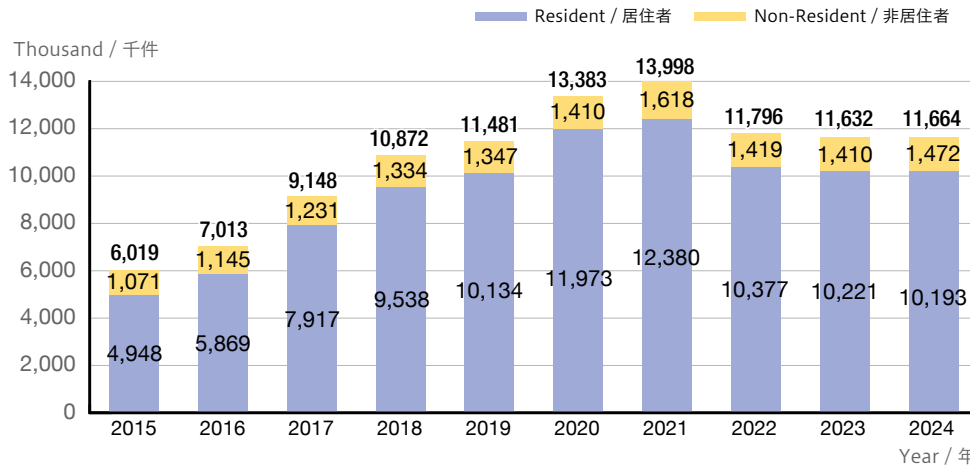
Source: This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics.

資料: WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

3 Trademarks / 商標

1 Worldwide Trademark Applications / 世界の商標登録出願

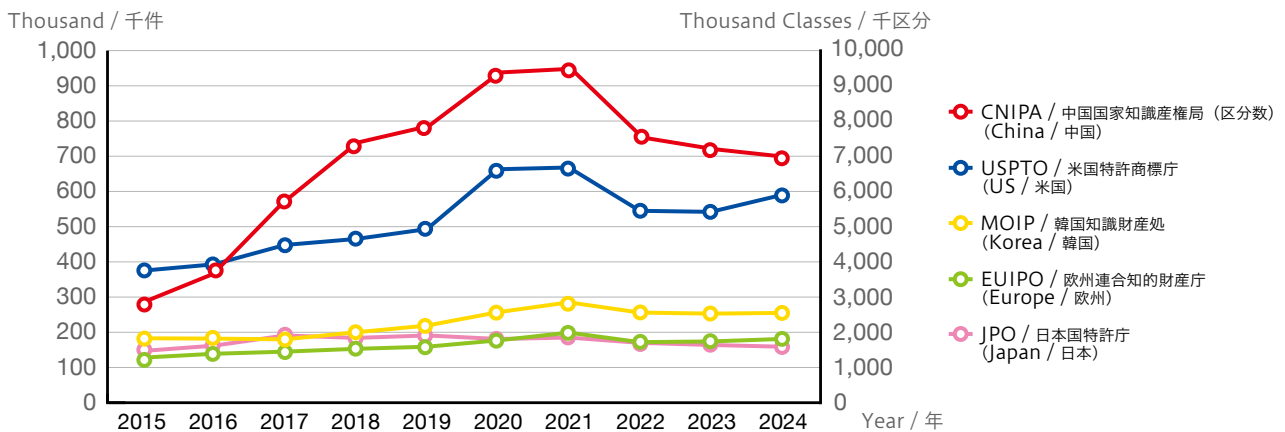
Figure 1-2-13 Number of Applications for Trademark Registration in the World / 世界の商標登録出願件数



Source: • This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics.

資料: • WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

Figure 1-2-14 Number of Applications for Trademark Registration Filed with the TM5 Offices / 商標五庁 (TM5) の商標登録出願件数



Note: • See the right axis for CNIPA's number of classes. As CNIPA does not publish the number of applications, the numerical values are the number of application classes.

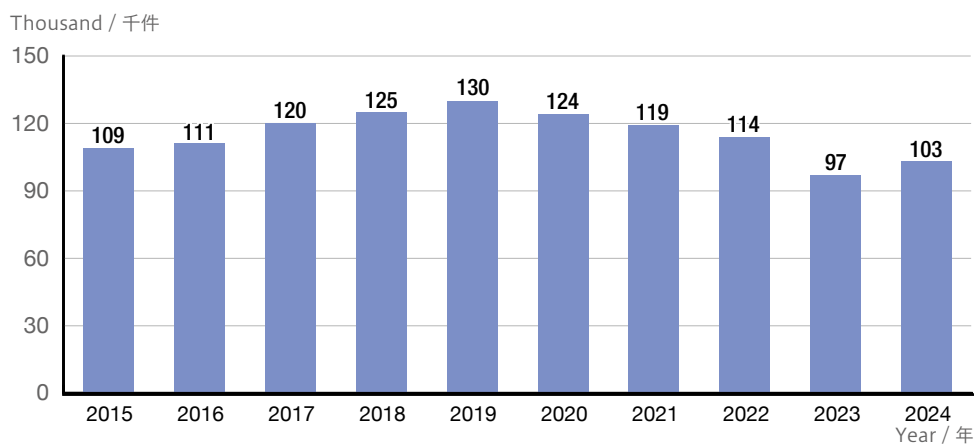
Source: • This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics for EUIPO, MOIP, and USPTO, and on the Annual Development Report on China's Trademark Strategy (2015-2017) and the TM5 statistics (2018-2024) for CNIPA.

備考: • CNIPA の区分数は右軸で示す。CNIPA は出願件数での公表はしていないため、数値は出願区分数。

資料: • CNIPA: 中国商標戦略年度発展報告(2015-2017年)及び TM5 statistics(2018-2024年)を基に特許庁作成

• EUIPO, MOIP, USPTO: WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

Figure 1-2-15 Number of Applications for Trademark Registration Filed with Foreign IP Offices by Residents of Japan
日本居住者の海外への商標登録出願件数

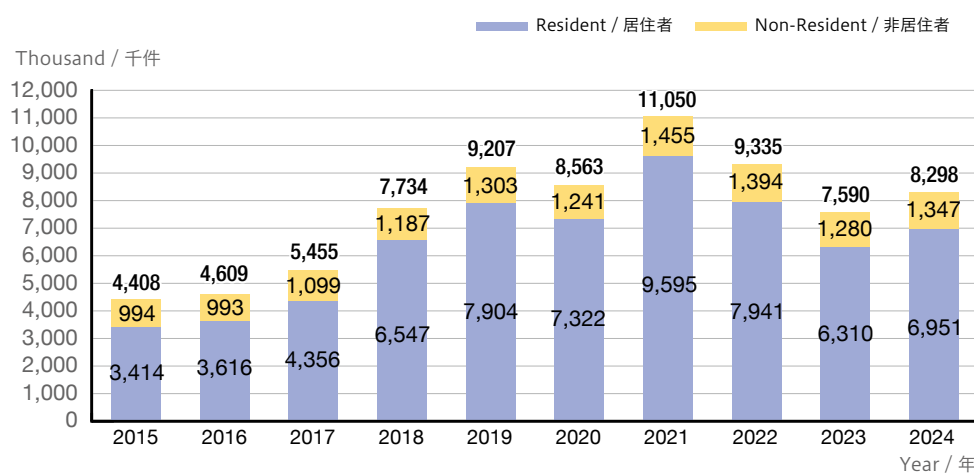


Source: This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics.

資料: WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

2 Worldwide Trademark Registrations / 世界の商標登録

Figure 1-2-16 Number of Trademark Registrations in the World / 世界の商標登録件数

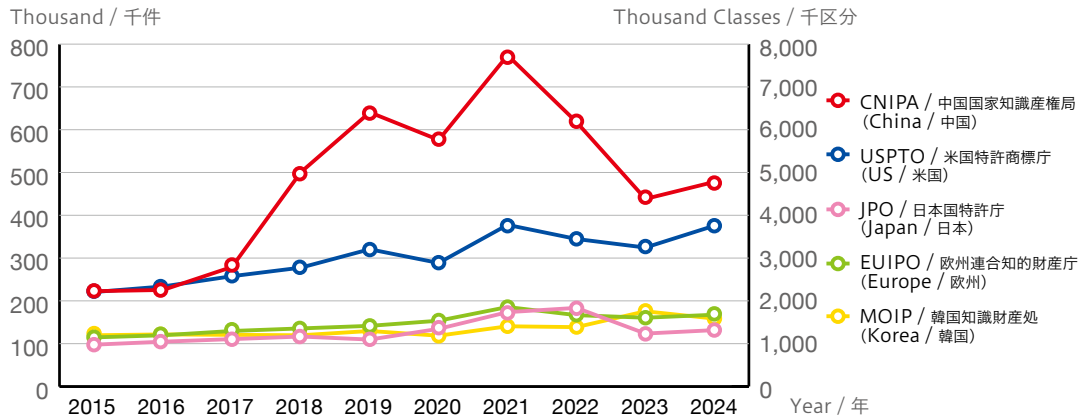


Source: This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics.

資料: WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

Chapter 1 第2章

Figure 1-2-17 Number of Trademark Registrations Filed with the TM5 Offices / TM5 の商標登録件数



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
● CNIPA/ 中国国家知識産権局 (China / 中国)	2,226	2,255	2,792	5,007	6,406	5,761	7,739	6,177	4,383	4,781
● USPTO/ 米国特許商標庁 (US / 米国)	221	234	258	278	321	289	378	345	325	376
● JPO/ 日本国特許庁 (Japan / 日本)	98	105	111	117	110	135	174	184	124	132
● EUIPO/ 欧州連合知的財産庁 (Europe / 欧州)	115	120	130	136	142	154	186	167	161	168
● MOIP/ 韓国知識財産処 (Korea / 韓国)	120	122	121	120	130	119	141	139	176	159

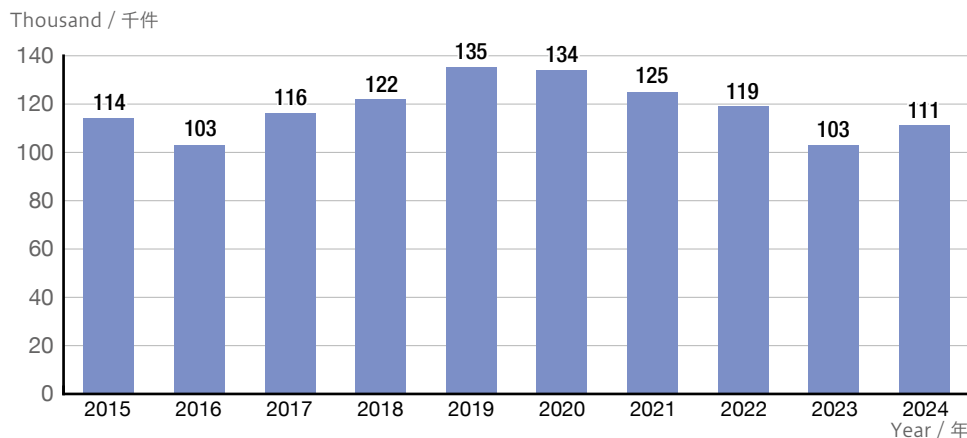
Note: ・ See the right axis for CNIPA's number of classes. As CNIPA does not publish the number of registrations, the numerical values are the number of registration classes.

Source: ・ This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics for EUIPO, MOIP, and USPTO, and on the Annual Development Report on China's Trademark Strategy (2015-2017) and TM5 statistics (2018-2024) for CNIPA.

備考: ・ CNIPA の区分数は右軸で示す。CNIPA は登録件数での公表はしていないため、数値は登録区分数。

資料: ・ CNIPA: 中国商標戦略年度発展報告 (2015 ~ 2017 年) 及び TM5 statistics (2018 ~ 2024 年) を基に特許庁作成
 ・ EUIPO, MOIP, USPTO: WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

Figure 1-2-18 Number of Trademark Registrations Filed with Foreign IP Offices by Residents of Japan
日本居住者の海外での商標登録件数



Source: ・ This figure was prepared by the JPO based on the WIPO Intellectual Property Statistics.

資料: ・ WIPO Intellectual Property Statistics を基に特許庁作成

2025 Policy Outcomes

2025年の施策成果

Chapter
1
第1章

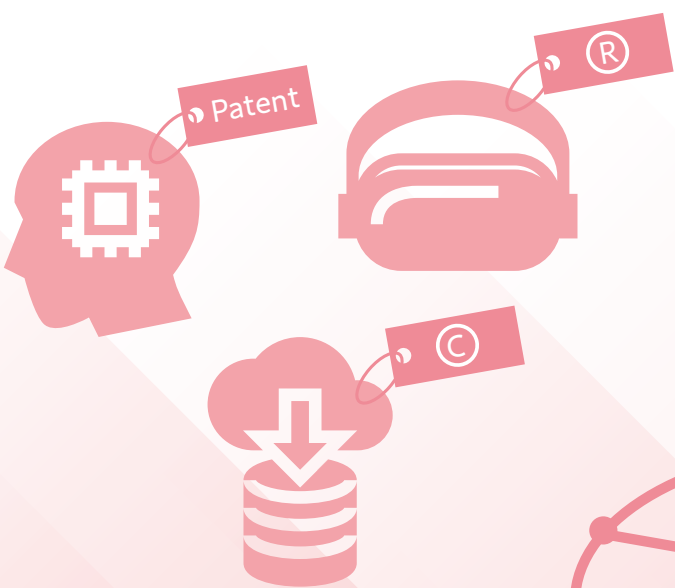
Examinations/Trials and Appeals
審査・審判

Chapter
2
第2章

International Initiatives
国際的取組

Chapter
3
第3章

Support Measures, Law Amendments, etc.
支援施策、法改正等



Examinations/Trials and Appeals 審査・審判

1 Patents / 特許

The JPO's basic principle is to implement various support measures for the creation of innovation, based on the world's fastest and utmost quality patent examinations. Under this principle, the JPO is steadily implementing policies that focus on maintaining speed by enhancing the resilience of patent examination, further improving quality, supporting the creation of innovation in response to environmental changes, and promoting intellectual property (IP) diplomacy.

1 Examination Performance

To accelerate the intellectual creation cycle, comprised of intellectual creation, establishment of rights, and utilization of rights, the JPO speeded up examination and shortened total pendency. [Figure 2-1-1] [Figure 2-1-2]

2 Initiatives to Speed up Examinations

(i) Securing the Necessary Number of Examiners

In order to maintain and strengthen the patent examination system, the JPO is working to secure the necessary number of patent examiners, including fixed-term examiners.

- For FY2025, the JPO secured a capacity of 1,668 examiners (including fixed-term examiners).

(ii) Outsourcing Prior Art Searches

By outsourcing prior art searches to registered search organizations, the JPO promotes the speeding up of examinations and improves examination quality through utilization of the private sector.

- As of November 2025, there were 9 registered search organizations.
- In FY2025, approx. 120 thousand searches were outsourced, all of which involved searching patent documents in Japanese. Some also included searching patent documents in English (approx. 92 thousand), in Chinese or Korean (approx. 28 thousand in total), and in German (approx. 4 thousand).

特許庁は、世界最速・最高品質の特許審査を基礎としたイノベーションの創出に向けた各種支援策を講ずることを基本方針として、特許審査のレジリエンス向上による迅速性の維持、質の更なる向上、環境変化に対応したイノベーションの創出支援、知財外交の推進を中心とする施策を着実に実施している。

1 審査実績

知的創造、権利設定、権利活用の知的創造サイクルを加速するために、審査を迅速化し、権利化までの期間を短縮した。
[2-1-1図] [2-1-2図]

2 審査の迅速化に関する取組

(i) 審査官の確保

特許審査体制の整備・強化のため、任期付審査官を含め、必要な審査官の確保に努めている。

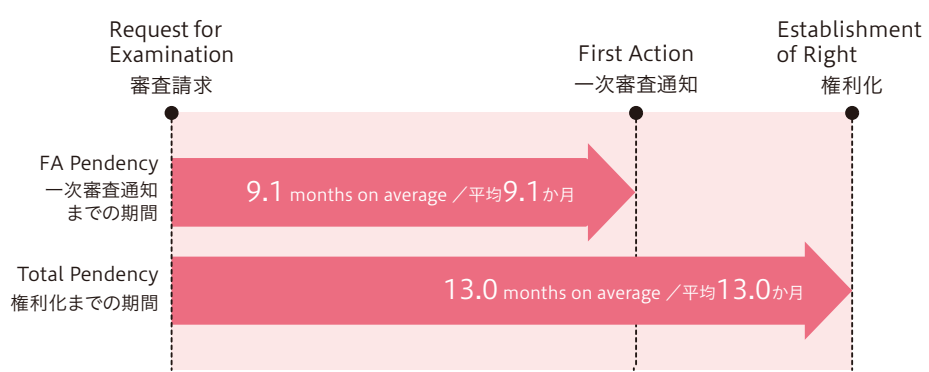
- 2025年度は、審査官1,668名（任期付審査官を含む。）の定員を確保。

(ii) 先行技術文献調査の外注

審査官が行う先行技術文献調査を登録調査機関へ外注し、民間活力の利用による審査の迅速化と品質向上を図っている。

- 登録調査機関の数は、2025年11月時点で9機関。
- 2025年度の発注件数は約12.0万件で、全案件において日本語特許文献調査を実施。さらに、一部の案件においては、英語特許文献調査（約9.2万件）、中国語及び韓国語特許文献調査（約2.8万件）、独語特許文献調査（約4千件）も実施。

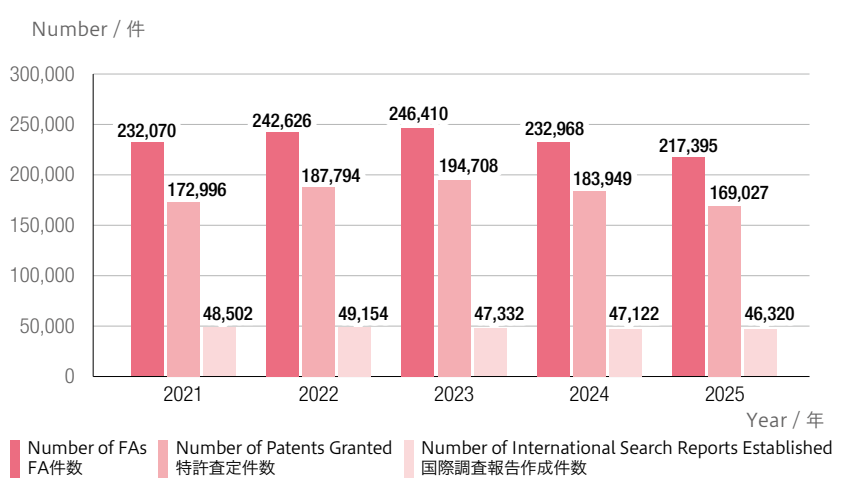
Figure 2-1-1 FA Pendency and Total Pendency for Patent Examinations in FY2024
 2024年度における特許審査のFA期間及び権利化までの期間



Note: • The first action pendency (FA pendency) is the period from the date of examination request until the JPO sends the first notice of examination results to the applicant, etc. (for the most part, either a notice of patent grant or a notice of reasons for refusal).
 • The total pendency (also called the “standard pendency”) is the period from the date of examination request to withdrawal or abandonment or until a final disposition (excluding cases where the JPO requests an applicant to respond to the second notice of reasons for refusal due to the amendments submitted by the applicant, and where the applicant performs procedures they are allowed to use, such as requests to the JPO for extension of the period of response and for an accelerated examination).

備考: • 一次審査通知までの期間 (FA 期間) は、審査請求日から審査官による審査結果の最初の通知 (主に特許査定又は拒絶理由通知書) が出願人等へ発送されるまでの期間。
 • 権利化までの期間 (「標準審査期間」ともいう。) は、審査請求日から取下げ・放棄又は最終処分を受けるまでの期間 (出願人が補正等を行うことに起因して特許庁から再度の応答等を出願人に求めるような場合や、特許庁に応答期間の延長や早期の審査を求める場合等の、出願人に認められている手続を利用した場合を除く)。

Figure 2-1-2 Number of Patent Examination FAs, Number of Patents Granted, and Number of International Search Reports Established / 特許審査のFA件数、特許査定件数及び国際調査報告作成件数



(Year / 年)	2021	2022	2023	2024	2025
Number of FAs FA 件数	232,070	242,626	246,410	232,968	217,395
Number of Patents Granted 特許査定件数	172,996	187,794	194,708	183,949	169,027
Number of International Search Reports Established 国際調査報告作成件数	48,502	49,154	47,332	47,122	46,320

Note: • The number of first actions in patent examinations is the number of first notices of examination results (for the most part, either a notice of patent grant or a notice of reasons for refusal) issued by examiners to applicants, etc.
 • The number of patents granted excludes the number of patents granted after a request for appeals against an examiner's decision of refusal was filed (including patents granted through reconsideration by examiners before appeal proceedings).
 • The number of international search reports established is the number by year of issuance of international search reports prepared and issued by the JPO as the International Searching Authority (ISA) under the PCT (the number of international search reports includes that of "decisions of not preparing an international search report").

備考: • FA 件数は、審査官による審査結果の最初の通知（主に特許査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送された件数。
 • 特許査定件数は、拒絶査定不服審判請求以降（前置審査を含む）の特許された案件は含まれない件数。
 • 国際調査報告作成件数は、PCTの国際調査機関として日本国特許庁が作成・発送した国際調査報告の発送年別件数（国際調査報告には、「国際調査報告を作成しない決定」が含まれる。）。

3 Accelerated Examination and Super-Accelerated Examination

Under certain conditions, the JPO offers accelerated examinations and super-accelerated examinations that, upon the request of an applicant, expedite the commencement of an examination. [Figure 2-1-3] [Figure 2-1-4]

(i) Accelerated Examination*1

- The accelerated examination system may be applied for patent applications, including those that are also filed in one or more other countries and by small and medium-sized enterprises.
- In 2025, first action pendency from request for accelerated examination was 2.3 months on average.

(ii) Super-Accelerated Examination*2

- The JPO is running pilot programs for a super-accelerated examination system for applications of higher importance, including applications for inventions that have already been put into practice and are filed in one or more other countries.

3 早期審査・スーパー早期審査

一定の要件の下で、出願人からの申出を受けて審査の着手時期を通常に比べて早める早期審査及びスーパー早期審査を実施している。[2-1-3図] [2-1-4図]

(i) 早期審査*1

- 特許出願に関する早期審査の対象は、外国にも出願している出願、中小企業の出願など。
- 2025年の、早期審査の申出から一次審査通知までの期間は平均2.3か月。

(ii) スーパー早期審査*2

- 既に実施している発明に係る出願かつ外国にも出願している出願などの、より重要度の高い出願を対象としてスーパー早期審査を試行。
- 申出から原則1か月以内（DO出願*3については原則2か月以内）に一次審査結果を通知*4。

*1  English
<https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/jp-soki/index.html>

 日本語
<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/v3souki.html>

*2  English
https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/jp-super_soki/index.html

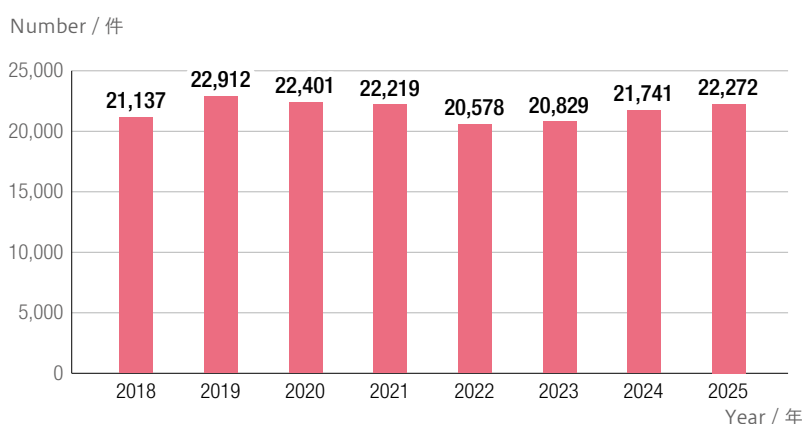
 日本語
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/super_souki.html

*3 Applications that have entered the national phase after international application. 国際出願後、国内段階に移行した出願。

*4  日本語
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/index/supersoukinsula.pdf>

- First action is issued within one month from the request, in principle (within two months, in principle, in the case of DO applications*3). *4
- First action pendency from request for super-accelerated examination was 0.9 months on average (1.7 months for DO applications).
- スーパー早期審査の申出から一次審査通知までの期間は平均0.9か月（DO出願については平均1.7か月）。

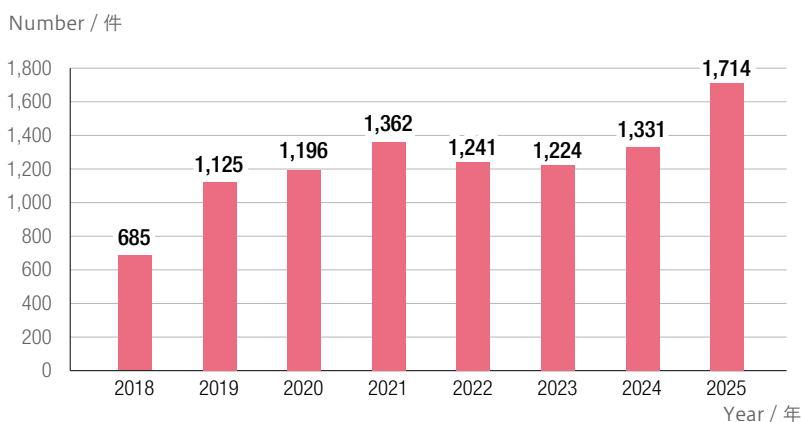
Figure 2-1-3 Number of Requests for Accelerated Examinations for Patent / 特許早期審査の申出件数



Note: •The number of requests for accelerated examinations is the number of “Written Explanation of Circumstances Concerning Accelerated Examination” that were submitted.

備考：•早期審査の申出件数は、「早期審査に関する事情説明書」が提出された件数。

Figure 2-1-4 Number of Requests for Super Accelerated Examinations for Patent / 特許スーパー早期審査の申出件数



Note: •The number of requests for super accelerated examinations is the number of “Written Explanation of Circumstances Concerning Accelerated Examination” that were submitted requesting for super accelerated examination.

備考：•スーパー早期審査の申出件数は、スーパー早期審査を希望する旨が記載された「早期審査に関する事情説明書」が提出された件数。

4 Quality Management Initiatives

Under the “Quality Policy on Patent Examination”, which constitutes the JPO’s fundamental principles of quality management, and the “Quality Management Manual for Patent Examination”, which documents quality management and its implementation system, the JPO engages in initiatives for realizing utmost quality patent examinations in the world.*5

(i) Quality Assurance

- Before sending applicants and agents any decisions and notices, etc. prepared by examiners, managers of examination offices check their substantive and formal aspects for all cases.
- Examiners consult with managers and other examiners in order to share search know-how and knowledge, etc. to conduct swift and accurate patent examinations while improving the consistency of searches and judgement among examiners.

(ii) Quality Verification

- Some of decisions and notices, etc. prepared by examiners are randomly chosen, and audited by quality management officers to check compliance and validity in terms of content and format before sending official documents to applicants and agents.
- In order to ascertain various user needs, the JPO conducts interviews at informal meetings with businesses, accepts information provided in relation to individual cases, and implements user satisfaction surveys. [Figure 2-1-5]

(iii) External Evaluation of Quality Management

- In August 2014, the JPO established the Subcommittee on Examination Quality Management, which consists of external experts, under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council of the Ministry of Economy, Trade and Industry. The JPO implements initiatives for the quality management of patent examinations based on reports by this subcommittee, which convenes every fiscal year.

4 品質管理に関する取組

特許審査の品質管理の基本原則となる「特許審査に関する品質ポリシー」と、品質管理及びその実施体制について文書化した「特許審査の品質管理に関するマニュアル」の下、世界最高品質の特許審査の実現に向けた取組を行っている*5。

(i) 品質保証

- 審査官による処分等の判断及びその結果として作成される起案書について、出願人・代理人への発送前に、審査室の管理職が実体面・形式面にわたり全件チェック。
- サーチノウハウ、知識等を共有化し、審査官の間のサーチや判断の均質性を図りつつ、迅速・的確な特許審査を行うため、審査官は管理職や他の審査官との協議を実施。

(ii) 品質検証

- 審査官による処分等の判断及びその結果として作成される起案書について、出願人・代理人への発送前にサンプル抽出し、品質管理官がその適否を監査。
- 様々なユーザーニーズを把握するため、企業等との意見交換会、個別案件に関する意見受付、ユーザー評価調査を実施。[2-1-5図]

(iii) 品質管理に対する外部評価

- 2014年8月から産業構造審議会知的財産分科会の下に、外部有識者からなる審査品質管理小委員会を設置。毎年度、当該小委員会を開催し、その報告を踏まえ、特許審査の品質管理における取組を実施。

*5



English

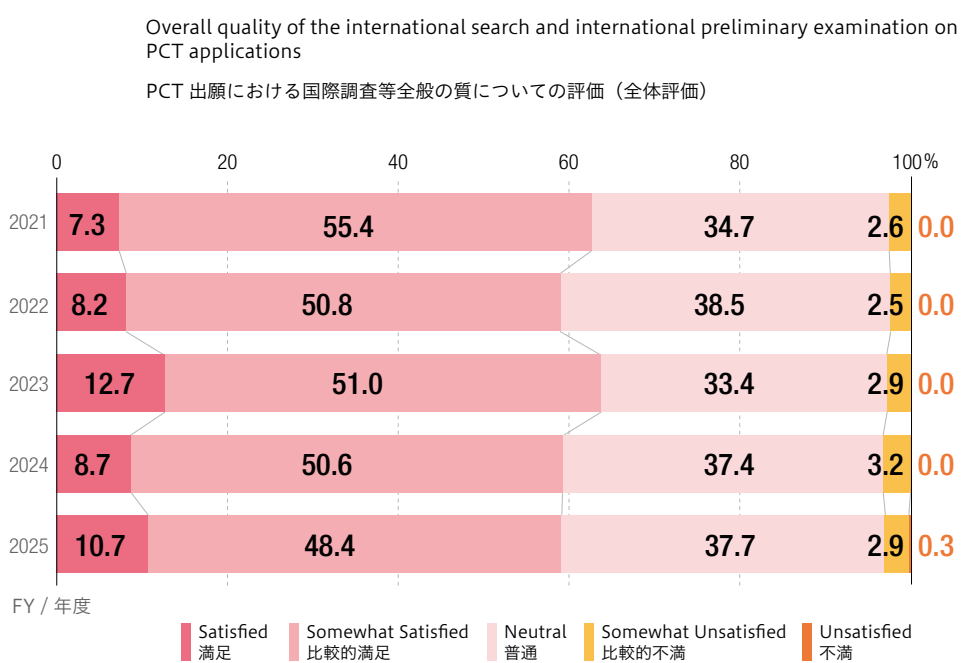
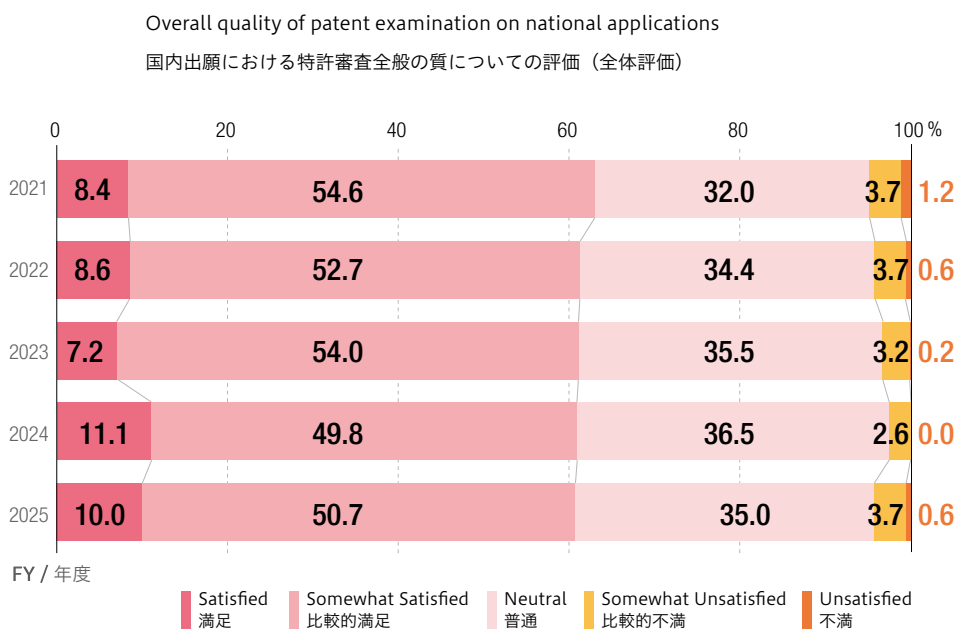
<https://www.jpo.go.jp/e/introduction/hinshitu/shinsa/tokkyo/index.html>



日本語

<https://www.jpo.go.jp/introduction/hinshitu/shinsa/tokkyo/index.html>

Figure 2-1-5 Results of User Satisfaction Survey on Patent Examination Quality
 特許審査の質についてのユーザー評価調査の結果



Source: ・JPO, "Report on FY2025 Annual User Satisfaction Survey on Patent Examination Quality" (September 2025)

資料 ・特許庁「令和7年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書」(2025年9月)

5 Initiatives for AI-related Inventions

(i) Research on the Approach to Invention Protection Considering Advancements in AI Technology^{*6}

Full-length and abridged versions of the results of a FY2024 commissioned research titled “Research on the Approach to Invention Protection Considering Advancements in AI Technology” were published in April 2025. The research examined mainly the following.

- The current impact and future predictions of AI technology utilized in the invention creation process
- Analysis of the challenges and strategies related to the protection of inventions based on an understanding of the above

6 System for Non-disclosure of Patent Applications

- In July 2025, the JPO and the Cabinet Office published the “Implementation Status of the System for Non-disclosure of Patent Applications in FY2024”.^{*7} Following a primary review by the JPO, 90 patent applications were submitted to the Cabinet Office for a security review, 0 patent applications fell under a security designation by the Cabinet Office, and 1,305 patent applications sought a prior confirmation from the Commissioner of the JPO as to whether or not the foreign application is prohibited.

5 AI 関連発明に関する取組

(i) AI技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方に関する調査研究^{*6}

2025年4月、2024年度の委託調査研究として実施した「AI技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方に関する調査研究」の調査結果について、全体版と要約版を公表。主な調査内容は以下のとおり。

- 発明創作過程において用いられるAI技術の現時点の影響及び将来の予測
- これらを踏まえた発明の保護の在り方に関する課題と対応策の分析

6 特許出願非公開制度

- 2025年7月、特許庁は、内閣府とともに、「2024年度 特許出願の非公開に関する制度における実施状況」^{*7}を公表。特許庁の第一次審査を経て、内閣府において保全審査に付された件数は90件、内閣府において保全指定をした件数は0件、特許庁長官に外国出願禁止の対象であるか否か事前確認の求めがあった件数は1,305件。

*6



English

https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/ai_jirei_e.html#report



日本語

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/ai_jirei.html#report

*7



日本語

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/patent/doc/patent_jisshijoukyou.pdf

7 Examination Measures for Addressing Various User Needs

(i) Interviews*8

The JPO conducts interviews to facilitate communication between examiners and applicants, etc. In response to the needs of applicants and agents, etc. in remote areas, the JPO not only conducts interviews in the JPO's building, but also conducts on-site interviews and online interviews.*9 Interviews may also be conducted with some of the participants participating online. The ratio of online interviews in 2025 was 40%.

- In 2025, there were 2,159 interviews (of these, 113 were conducted on-site, and 872 were conducted online).

(ii) Collective Examinations for IP Portfolio Supporting Business Strategy*10

The Collective Examinations for IP Portfolio Supporting Business Strategy (CEIP) is a measure that supports the acquisition of rights in time with business development, with examiners for multiple applications related to the business (patent, design, and trademark applications) coordinating with each other to conduct their respective examinations. [Figure 2-1-6]

- In 2025, there were 19 applications.
- Of these, there were 215 patent applications, 0 applications for design registration, and 0 applications for trademark registration.

7 多様なユーザーニーズに対応するための審査施策

(i) 面接*8

審査官と出願人等との間において、円滑に意思疎通を図ることを目的として、面接を実施している。遠隔地の出願人や代理人等のニーズに応え、特許庁庁舎で実施する面接の他、出張面接やオンライン面接*9も実施している。一部の参加者のみオンラインで参加して、面接を実施することも可能である。2025年におけるオンライン面接比率は40%。

- 2025年の実績は2,159件（内、出張面接113件、オンライン面接872件）。

(ii) 事業戦略対応まとめ審査*10

事業戦略対応まとめ審査は、事業に関連する複数の出願（特許・意匠・商標）を対象として、各分野の審査官が連携しながら審査を行い、事業展開に合わせたタイミングでの権利化を支援する施策である。[2-1-6図]

- 2025年の申請実績は19件。
- 対象とされた特許出願は215件、意匠出願は0件、商標は0件。

*8



English
<https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/junkai.html>



日本語
<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/mensetu/junkai.html>

*9



日本語
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/mensetu/telesys_mensetu.html

*10

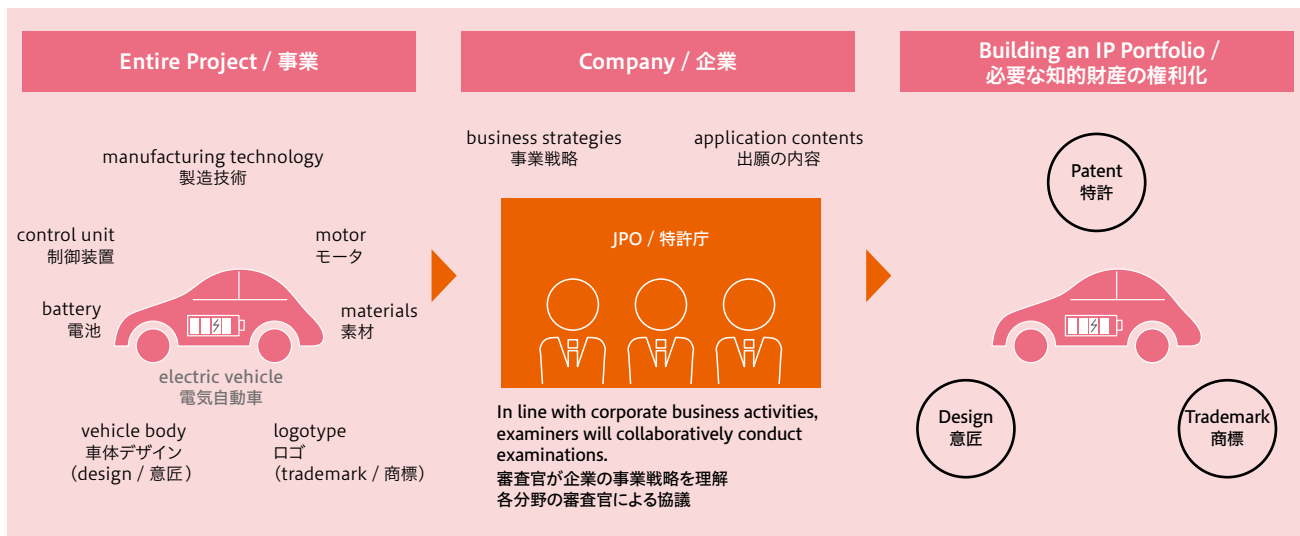


English
https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/matome_sinsa.html



日本語
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/matome_sinsa.html

Figure 2-1-6 Collective Examinations for IP Portfolio Supporting Business Strategy / 事業戦略対応まとめ審査



(iii) Suspension of Examination of a Divisional Application While the Original Application Is Pending Trial^{*11}

Since April 2023, Article 54 (1) of the Patent Act has been applied to divisional applications which have been filed in conjunction with a request for an appeal against an examiner's decision of refusal of the original application. The examination of such divisional applications will be suspended until either the result of the reconsideration by examiners before appeal proceedings or the appeal decision of the original application becomes known. For the applicant, being able to consider how to proceed with the divisional application based on either result is expected to lead to a more efficient and effective filing strategy.

In addition, since April 2024, the examination of a divisional application may be resumed before the end of the suspension period based on the applicant's request.

- The number of suspended examinations in 2025 was 3,668.

(iii) 原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用^{*11}

2023年4月から、分割出願のうち、原出願の拒絶査定後、拒絶査定不服審判請求にあわせて出願されたものであって、申請がされた案件について、特許法第54条第1項を適用し、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用を開始している。出願人にとって、原出願の前置審査又は審判の結果を踏まえて分割出願の対応を検討できることは、より効率的かつ効果的な出願戦略の構築につながると期待されている。

また、2024年4月から、審査中止期間の終了前に、出願人側からの申請に基づき分割出願の審査を再開できる運用を開始した。

- 2025年に審査を中止した件数は3,668件。

*11



English

https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/bunkatu-shutugan_chushi.html



日本語

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html

8 Improvement of Foundation for Prior Art Searches

Prior art searches are one of the important pillars for maintaining and improving examination quality, and a constant improvement of the foundation for prior art searches for both patent documents and non-patent literature is therefore crucial.

(i) Initiatives Related to Machine Translation Texts

- On the retrieval system for patents and utility models used by examiners, the JPO continues to accumulate full text Japanese machine translations of US, EP, and the World Intellectual Property Organization (WIPO) patent documents in English, as well as CN and KR patent documents, in order to retrieve and screen documents in Japanese.

(ii) Initiatives Related to the Development of Patent Classifications and Other Search Indices

- The JPO attended the IPC Union - Committee of Experts (56th session) and contributed to determining the procedures for revising the International Patent Classification (IPC), IPC revision projects, the Guide to the IPC, etc. (February 2025, hybrid).
- As part of improving the foundation for prior art searches, the JPO discussed revising the IPC for approx. 100 technical areas, with aims such as introducing superior classification entries among the File Index (FI)^{*12} and F-term^{*13} to the IPC (28th and 29th sessions of the IP5 Working Group 1-Working Group on Classification [March 2025, Seoul and online, and September 2025, online], 53rd and 54th sessions of the IPC Union - IPC Revision Working Group [May 2025, WIPO and online, and October 2025, WIPO and online]).
- Under the principle that FI must be compliant with the latest IPC, in FY2025, the JPO amended the FI scheme for approx. 730 main groups and conducted F-term maintenance for 23 themes in order to search efficiently for Japanese and foreign patent documents.
- AI is used to automatically assign FI and F-term to foreign patent documents. Both Japanese and foreign patent documents may be searched at once using common patent classifications.

*12 An original patent classification system that is a subdivision of the IPC governed by the JPO.
IPCを細展開した日本国特許庁独自の分類。

8 先行技術文献調査のための基盤整備

先行技術文献調査は、審査の質の維持・向上のための重要な柱の一つであり、そのための基盤を特許文献・非特許文献ともに恒常的に整備することが重要である。

(i) 機械翻訳文に関する取組

- 審査官が利用する特実検索システムにおいては、米国、欧州及び世界知的所有権機関 (WIPO) の英語特許文献、中韓の特許文献について、日本語での検索及びスクリーニングのための全文日本語機械翻訳文を継続して蓄積。

(ii) 特許分類等検索インデックスの整備に関する取組

- 第56回IPC同盟専門家委員会に参加し、IPC(国際特許分類)改正手続やIPC改正プロジェクト、IPC指針などの決定に貢献(2025年2月、ハイブリッド)。
- 基盤整備の一環として、File Index(FI)^{*12}、Fターム^{*13}のうち優れた分類項目をIPC化することなどを目的に、IPC改正について約100の技術分野で議論{五庁分類作業部会[第28回(2025年3月、ソウル及びオンライン)、第29回(2025年9月、オンライン)]、IPCリビジョン作業部会[第53回(2025年5月、WIPO及びオンライン)、第54回(2025年10月、WIPO及びオンライン)]}。
- 日本及び外国の特許文献を効率よく検索するため、FIを最新版のIPCに準拠させることを原則として、2025年度は、約730メイングループのFI分類表を改正し、23テーマのFタームメンテナンスを実施。
- AIを活用して外国特許文献にFI、Fタームを機械的に付与。共通の特許分類を用いて日本及び外国の特許文献を一括検索可能に。
- 生成AI技術を活用して、試行的に一部の技術テーマについて、新たな検索インデックスを自動的に生成し、かつ、生成した検索インデックスを自動的に付与する取組を実施。

*13 An original classification the JPO expanded to various technical aspects (e.g., purpose, use, structure, material, manufacturing method, processing and operational method, and means of control) by technical scope (theme).
技術範囲(テーマ)ごとに種々の技術的観点(目的、用途、構造、材料、製法、処理操作方法、制御手段等)を展開した日本国特許庁独自の分類。

Chapter 1 第1章

- The JPO tested the use of generative AI technology to automatically generate new search indices for selected technical themes and to automatically assign the generated search indices.



Group photo from the 54th session of the IPC Revision Working Group (Photo: WIPO)

第 54 回 IPC リビジョン作業部会の集合写真（写真提供：WIPO）

2 Designs / 意匠

The JPO implements a variety of initiatives, including accelerated examinations and quality management, in order to appropriately protect designs, improve convenience for users, and strengthen the competitiveness of Japan's companies.

特許庁では、適切な意匠の保護、ユーザーの利便性向上、我が国企業の競争力強化のため、早期審査、品質管理などの種々の取組を実施している。

1 Examination Performance

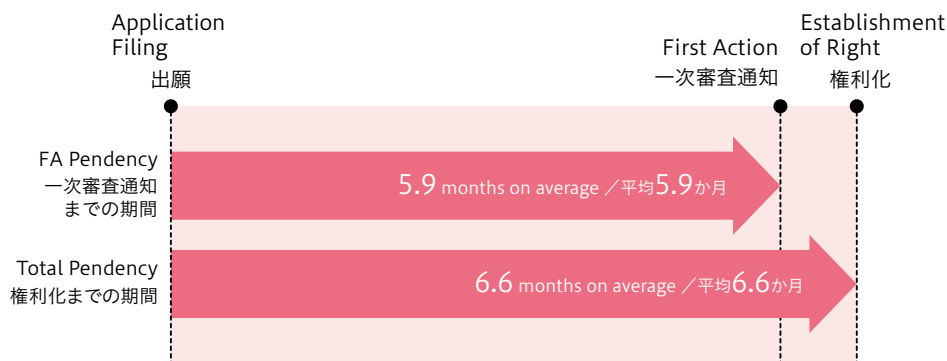
The JPO is working to make examinations more efficient in order to protect designs promptly and appropriately.

[Figure 2-1-7] [Figure 2-1-8]

1 審査実績

意匠を迅速かつ適切に保護すべく、審査の効率化を進めている。[2-1-7図] [2-1-8図]

Figure 2-1-7 FA Pendency and Total Pendency for Design Examinations in FY2024
 2024年度における意匠審査のFA期間及び権利化までの期間

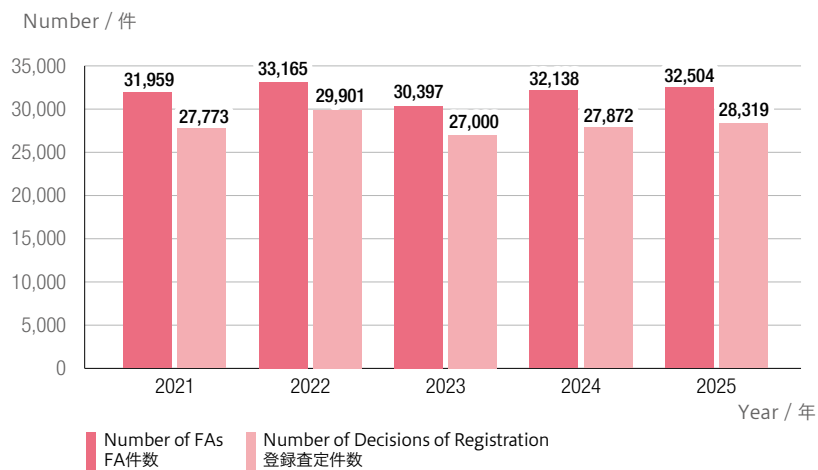


- Note:
- Excluding international applications filed to register designs under the Hague Agreement and applications for graphic image, building and interior designs, which are newly eligible for protection under the revised Design Act of 2019.
 - The first action pendency (FA pendency) is the period from the application filing until the JPO sends the first notice of examination results to the applicant, etc. (for the most part, either a decision of registration or a notice of reasons for refusal).
 - The total pendency (also called the "standard pendency") is the period from the application filing to the establishment of right (excluding cases in which applicants are required to respond to the second notices from the JPO for amendments submitted by the applicants within a certain period of time).

- 備考:
- 国際意匠登録出願、及び令和元年改正意匠法により新たに保護対象となった建築物及び画像に係る意匠並びに内装の意匠等に係る出願の場合を除く。
 - 一次審査通知までの期間（FA 期間）は、出願から審査官による審査結果の最初の通知（主に登録査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送されるまでの期間。
 - 権利化までの期間（「標準審査期間」ともいう。）は、出願から権利化までの期間（出願人が制度上認められている期間を使い補正等を行うことによって、特許庁から再度の応答を求められる場合等を除く。）。

Chapter 1 第1章

Figure 2-1-8 Number of FAs and Decisions of Registration for Design Examinations / 意匠審査の FA 件数及び登録査定件数



(Year / 年)	2021	2022	2023	2024	2025
Number of FAs FA 件数	31,959	33,165	30,397	32,138	32,504
Number of Decisions of Registration 登録査定件数	27,773	29,901	27,000	27,872	28,319

Note: ・ The number of first actions is the number of first notices of examination results sent by examiners to applicants, etc. (for the most part, either a decision of registration or notices of reasons for refusal).

備考: ・ FA 件数は、審査官による審査結果の最初の通知（主に登録査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送された件数。

2 Accelerated Examination*14

Under certain conditions, the JPO offers accelerated examinations that, upon the request of an applicant, expedite the commencement of an examination. [Figure 2-1-9]

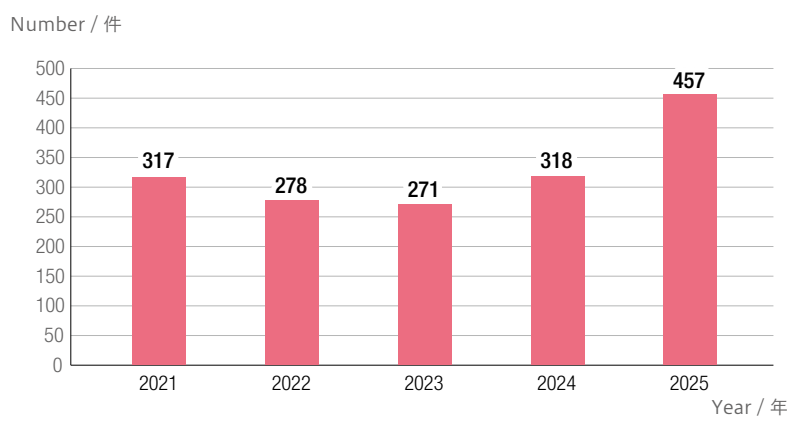
- The accelerated examination may be applied under the following conditions: (i) applications for design registration related to implementations with an urgent need for registration; (ii) applications for design registration that are concurrently filed in one or more other countries; or (iii) applications for design registration by businesses, etc. that have suffered earthquake damage.
- In the case of accelerated examinations in response to counterfeit goods in (i) above, first action is issued within one month from request, in principle. In 2025, there were 457 requests.
- In 2025, first action pendency from request for accelerated examination was 2.0 months on average.

2 早期審査*14

一定の要件の下で、出願人からの申出を受けて審査の着手時期を通常に比べて早める早期審査を実施している。[2-1-9図]



- 早期審査の対象は、(i) 権利化について緊急性を要する実施関連の意匠登録出願、(ii) 外国にも出願している意匠登録出願、(iii) 震災による被害を受けた企業等の意匠登録出願。
- 上記(i)のうち、模倣品対応のための早期審査については、申出から原則1か月以内に一次審査結果を通知する運用を実施。2025年の申出実績は457件。
- 2025年は、早期審査の申出から一次審査通知までの期間は平均2.0か月。

Figure 2-1-9 Number of Requests for Accelerated Examinations for Design / 意匠早期審査の申出件数



Note: • The number of requests for accelerated examinations is the number of “Written Explanation of Circumstances Concerning Accelerated Examination” that were submitted.

備考: • 早期審査の申出件数は、「早期審査に関する事情説明書」が提出された案件数。

*14  English
https://www.jpo.go.jp/e/system/design/shinsa/soki-isyou_soukisinri.html
 日本語
https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/soki/isyou_soukisinri.html

3 Quality Management Initiatives

Under the “Quality Policy on Design Examination”, which constitutes the JPO’s fundamental principles of quality management, and the “Quality Management Manual for Design Examination”, which documents quality management and its implementation system, the JPO has been engaging in the following initiatives in order to realize the utmost quality of design examinations in the world.*15

(i) Quality Assurance

- Before sending applicants and agents any decisions and notices, etc. prepared by examiners, managers of examination offices check their substantive and formal aspects for all cases.
- Examiners consult with managers or other examiners in order to share search know-how and knowledge, etc. to curb search and decision discrepancies among examiners.

(ii) Quality Verification

- Decisions and notices, etc. prepared by examiners are audited by quality management officers to check compliance and validity in terms of content and format before sending official documents to applicants and agents.
- In order to ascertain various user needs, the JPO conducts interviews at informal meetings with businesses, accepts information provided in relation to individual cases, and implements user satisfaction surveys. [Figure 2-1-10]

(iii) External Evaluation of Quality Management

- In August 2014, the JPO established the Subcommittee on Examination Quality Management, which consists of external experts, under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council of the Ministry of Economy, Trade and Industry. The JPO implements initiatives for the quality management of design examinations based on reports by this subcommittee, which convenes every fiscal year.

3 品質管理に関する取組

品質管理の基本原則となる「意匠審査に関する品質ポリシー」、及び、品質管理及びその実施体制について文書化した「意匠審査の品質管理に関するマニュアル」の下、世界最高品質の意匠審査の実現に向けて以下の取組を行っている*15。

(i) 品質保証

- 審査官による処分等の判断及びその結果として作成される起案書について、出願人・代理人に発送される前に、審査室の管理職が実体面・形式面にわたり全件チェック。
- サーチノウハウ、知識等を共有化し、審査官の間のサーチや判断の相違を抑制するため、審査官は管理職又は他の審査官と協議を実施。

(ii) 品質検証

- 審査官による処分等の判断及びその結果として作成される起案書の適否について、品質管理官が起案書発送前に監査を実施。
- 様々なユーザーニーズを把握するため、企業との意見交換会、個別案件に関する意見受付、ユーザー評価調査を実施。
[2-1-10図]

(iii) 品質管理に対する外部評価

- 2014年8月から産業構造審議会知的財産分科会の下に、外部有識者からなる審査品質管理小委員会を設置。毎年度、当該小委員会を開催し、その報告を踏まえ、意匠審査の品質管理における取組を実施。

*15



English

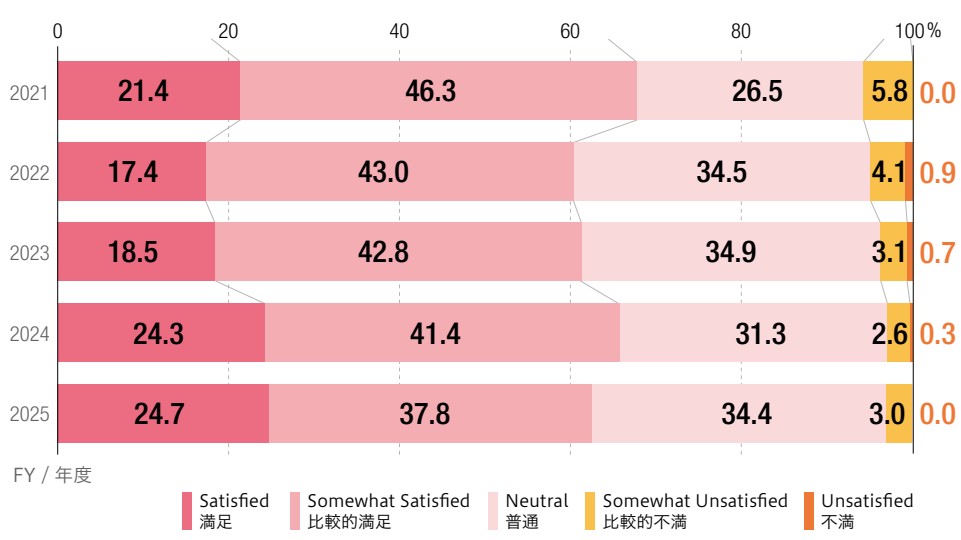
<https://www.jpo.go.jp/e/introduction/hinshitu/shinsa/isho/index.html>



日本語

<https://www.jpo.go.jp/introduction/hinshitu/shinsa/isho/index.html>

Figure 2-1-10 Results of User Satisfaction Survey on Quality of Design Examinations
 意匠審査の質についてのユーザー評価調査の結果



Source: ・ JPO, “Report on FY2025 Annual User Satisfaction Survey on Design Examination Quality” (September 2025)

資料 ・ 特許庁「令和7年度意匠審査の質についてのユーザー評価調査報告書」(2025年9月)

4 Interviews^{*16}

The JPO conducts interviews to facilitate communication between examiners and applicants, etc. In response to the needs of applicants and agents, etc. in remote areas, the JPO not only conducts interviews in the JPO’s building, but also conducts on-site interviews and online interviews.^{*17} Interviews may also be conducted with some of the participants participating online.

- ・ In 2025, there were 161 interviews (of these, 24 were conducted on-site, and 26 were conducted online).

4 面接^{*16}

審査官と出願人等との間において、円滑に意思疎通を図ることを目的として、面接を実施している。遠隔地の出願人や代理人などのニーズに応え、特許庁庁舎で実施する面接の他、出張面接やオンライン面接^{*17}も実施している。一部の参加者のみオンラインで参加し、面接を実施することも可能。

- ・ 2025年の実績は161件（内、出張面接24件、オンライン面接26件）。

*16 日本語
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/mensetu_guide_isyou.html

*17 日本語
https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/general/tv_ishome.html

5 Improvement of Foundation for Prior Design Searches

Prior design searches are one of the important pillars for maintaining and improving examination quality, and a constant improvement of the foundation for prior design searches is therefore crucial.

- To assess the novelty and creativity of designs during examinations, new design information is extracted from Japanese and foreign design bulletins, magazines, catalogs, and the internet, which is digitized and made available as publicly known design information.
- Especially in recent years, emphasis has been placed on enhancing materials in new protection areas, such as graphic images, buildings, and interiors. In addition, the JPO has made improvements to Japanese design classifications and classification definition cards, which are effective search keys for conducting swift and accurate prior design searches.
- Since 2024, AI technology has been partially used to increase the efficiency of Japanese design classification assignments to foreign design bulletins that will become publicly known design information.

6 Research on the Protection of Designs Created Using Generative AI Under Design Law^{*18}

- The results of the “Research on the Protection of Designs Created Using Generative AI Under Design Law” were published in April 2025. The purpose of this research was to use the results as basic data for considering the protection of designs created using generative AI under the Design Act.

5 先行意匠調査のための基盤整備

先行意匠調査は、審査の質の維持・向上のための重要な柱の一つであり、そのための基盤を恒常的に整備することが重要である。

- 意匠審査における新規性及び創作性の判断のため、国内外の意匠公報、雑誌、カタログ、インターネットなどから新規な意匠の情報を抽出して電子化し、意匠公知資料として整備。
- 特に近年は、新保護領域である画像、建築物及び内装の資料整備に注力。また、迅速・的確な先行意匠調査のための有効な検索キーである日本意匠分類や、分類定義カードのメンテナンスを実施。
- 2024年以降は、意匠公知資料化する外国意匠公報への日本意匠分類の付与効率を高めるため、AI技術を活用した分類付与を部分的に実施。

6 生成 AI を利用したデザイン創作の意匠法上の保護の在り方に関する調査研究^{*18}

- 2025年4月、生成AIを利用して創作されたデザインの意匠法上の保護の在り方を検討する基礎資料とすることを目的として実施した「生成AIを利用したデザイン創作の意匠法上の保護の在り方に関する調査研究」の調査結果を公表。

*18



日本語

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2024_05_zentai.pdf

3 Trademarks / 商標

The JPO has been implementing various initiatives including accelerated examinations, quality management, a study on trademark systems and operations, and protection of regional collective trademarks, in order to appropriately protect trademarks and improve convenience for users.

特許庁では、適切な商標の保護やユーザーの利便性向上のため、早期審査、品質管理、商標制度・運用に関する調査研究、地域団体商標の保護などの種々の取組を実施している。

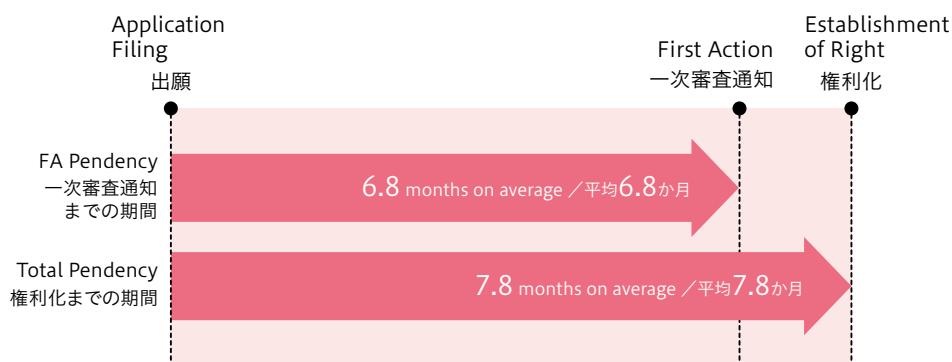
1 Examination Performance

In order to promptly and appropriately protect trademarks, the JPO is working to make examinations more efficient. [Figure 2-1-11] [Figure 2-1-12]

1 審査実績

商標を迅速かつ適切に保護すべく、審査の効率化を進めている。[2-1-11図] [2-1-12図]

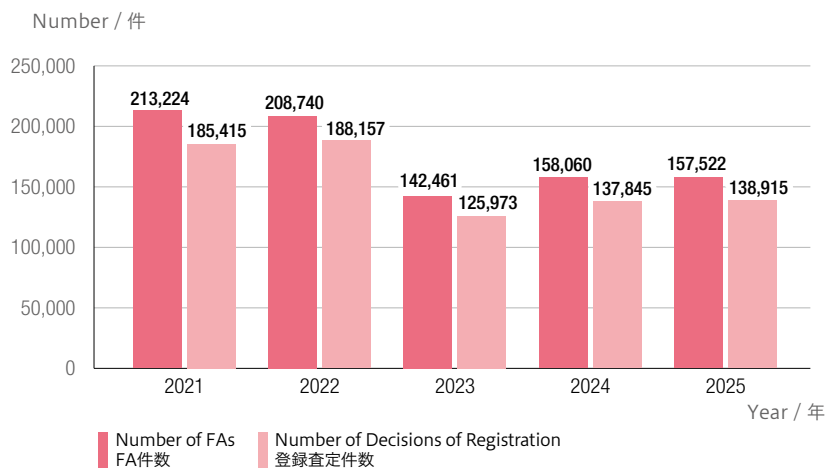
Figure 2-1-11 FA Pendency and Total Pendency for Trademark Examinations in FY2024
 2024年度における商標審査のFA期間及び権利化までの期間



Note: • The first action pendency (FA pendency) is the period from the application filing until the JPO sends the first notice of examination results to the applicant, etc. (for the most part, either a decision of registration or a notice of reasons for refusal) (excluding applications related to non-traditional trademarks and regional collective trademarks).
 • The total pendency is the period from the application filing to the registration (excluding applications related to non-traditional trademarks and regional collective trademarks, as well as cases such as where applicants are required to respond to the second notices from the JPO for amendments submitted by the applicants within a certain period of time).

備考: • 一次審査通知までの期間 (FA 期間) は、出願から審査官による審査結果の最初の通知 (主に登録査定又は拒絶理由通知書) が出願人等へ発送されるまでの期間 (新しいタイプの商標及び地域団体商標に係る出願を除く。)
 • 権利化までの期間は、出願から最終処分までの期間 (新しいタイプの商標及び地域団体商標に係る出願を除く。また、出願人が制度上認められている期間を使い補正等を行うことによって、特許庁から再度の応答を求められる場合等を除く。)

Figure 2-1-12 Number of FAs and Decisions of Registration for Trademark Examinations / 商標審査のFA件数及び登録査定件数



(Year / 年)	2021	2022	2023	2024	2025
Number of FAs / FA件数	213,224	208,740	142,461	158,060	157,522
Number of Decisions of Registration / 登録査定件数	185,415	188,157	125,973	137,845	138,915

Note: ・ The number of first actions is the number of first notices of examination results sent by examiners to applicants, etc. (for the most part, either a decision of registration or notices of reasons for refusal).

備考: ・ FA件数は、審査官による審査結果の最初の通知（主に登録査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送された件数。

2 Accelerated Examination ^{*19}

Under certain conditions, the JPO offers accelerated examinations that, upon the request of an applicant, expedite the commencement of an examination. [Figure 2-1-13]

- ・ In 2025, first action pendency from request for accelerated examination was 1.9 months on average.

2 早期審査 ^{*19}

一定の要件の下で、出願人からの申出を受けて審査の着手時期を通常に比べて早める早期審査を実施している。[2-1-13図]

- ・ 2025年は、早期審査の申出から一次審査結果の通知までの期間は平均1.9か月。

*19



English

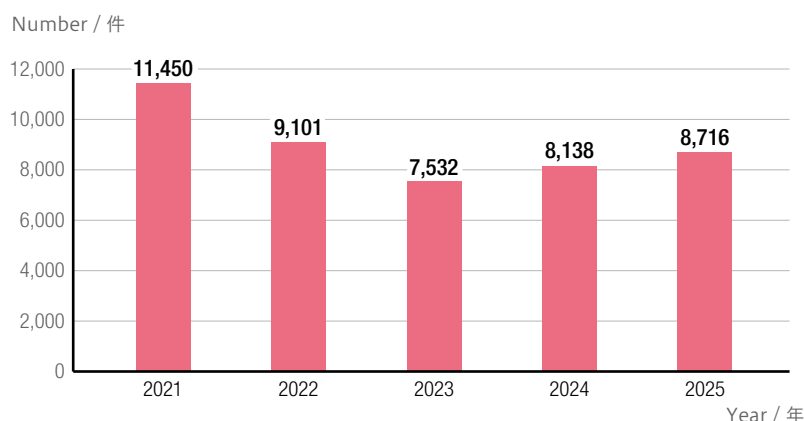
https://www.jpo.go.jp/e/system/trademark/shinsa/outline_accelerated_trademark.html



日本語

<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html>

Figure 2-1-13 Number of Requests for Accelerated Examinations for Trademark / 商標早期審査の申出件数



Note: • The number of requests for accelerated examinations is the number of applications for which “Written Explanation of Circumstances Concerning Accelerated Examination” was submitted.

備考：• 早期審査の申出件数は、「早期審査に関する事情説明書」が提出された出願の件数。

3 Quality Management Initiatives

Under the “Quality Policy on Trademark Examination”, which constitutes the JPO’s fundamental principles of quality management, and the “Quality Management Manual for Trademark Examination”, which documents quality management and its implementation system, the JPO has been engaging in the following initiatives in order to maintain and improve the quality of trademark examinations*20.

(i) Quality Assurance

- Before sending applicants and agents any decisions and notices, etc. prepared by examiners, managers of examination offices check their substantive and formal aspects for all cases.
- Examiners consult with managers and other examiners in order to share search know-how and knowledge, etc. to conduct swift and accurate trademark examinations while improving the consistency of judgements made by examiners.

3 品質管理に関する取組

品質管理の基本原則となる「商標審査に関する品質ポリシー」、及び、品質管理及びその実施体制について文書化した「商標審査の品質管理に関するマニュアル」の下、商標審査の質の維持・向上を図るため、以下の取組を行っている*20。

(i) 品質保証

- 審査官による処分等の判断及びその結果として作成される起案書について、出願人・代理人に発送される前に、審査室の管理職が実体面・形式面にわたり全件チェック。
- サーチノウハウ、知識などを共有化し、審査官の判断の均質化を図りつつ、迅速・的確な商標審査を行うため、審査官は管理職又は他の審査官と協議を実施。

*20



English
<https://www.jpo.go.jp/e/introduction/hinshitu/shinsa/shohyo/index.html>



日本語
<https://www.jpo.go.jp/introduction/hinshitu/shinsa/shohyo/index.html>

(ii) Quality Verification

- Decisions and notices, etc. prepared by examiners are audited by quality management officers to check compliance and validity in terms of content and format before sending official documents to applicants and agents.
- In order to ascertain various user needs, the JPO conducts interviews at informal meetings with businesses, accepts information provided in relation to individual cases, and implements user satisfaction surveys. [Figure 2-1-14]

(iii) External Evaluation of Quality Management

- In August 2014, the JPO established the Subcommittee on Examination Quality Management, which consists of external experts, under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council of the Ministry of Economy, Trade and Industry, and has been implementing initiatives for the quality management of trademark examinations, based on reports by this subcommittee.

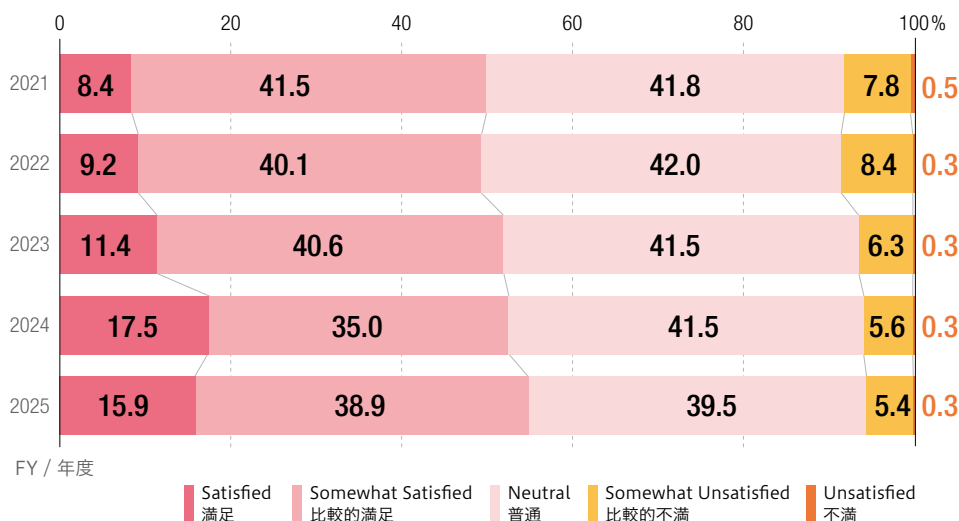
(ii) 品質検証

- 審査官による処分等の判断及びその結果として作成される起案書の適否について、品質管理官が起案書発送前に監査を実施。
- 様々なユーザーニーズを把握するため、企業との意見交換会、個別案件に関する意見受付、ユーザー評価調査を実施。
[2-1-14図]

(iii) 品質管理に対する外部評価

- 2014年8月より産業構造審議会知的財産分科会の下に、外部有識者からなる審査品質管理小委員会を設置しており、当該小委員会の報告を踏まえ、商標審査の品質管理における取組を実施。

Figure 2-1-14 Results of User Satisfaction Survey on Trademark Examination Quality
商標審査の質についてのユーザー評価調査の結果



4 Study on Trademark Systems and Operations in Various Countries

The results of the FY2024 JPO's Comparative Study on Industrial Property Right Systems in Various Countries titled "Research Study on Trademark Systems and Operations in Various Countries and Regions" were published in April 2025.*21 The purpose of this research study was to investigate the details of trademark systems that could be introduced or reviewed in Japan and their operations in other countries, and to use the results of such investigation as basic data for considering whether or not a review of the system and operations in Japan is necessary. Specifically, the study surveyed and examined laws, regulations, and operations in various countries and conducted a questionnaire survey in Japan and interview surveys in Japan and abroad, regarding the following themes.

(i) Partial Refusal System

In Japan, if the reasons for refusal in a trademark examination are issued against only some designated goods or services, the entire application is rejected unless the reasons for refusal are resolved by amendments or other means. By contrast, some countries and regions have adopted a "partial refusal system" under which, if the reasons for refusal are not resolved, only the designated goods or services concerned are refused, while registration is granted for the designated goods or services that can be protected.

Against this backdrop, the details of the systems and operations in various countries and regions, as well as the need for introducing the partial refusal system in Japan were investigated.

4 各国の商標制度・運用に関する調査研究

商標に係る制度のうち、我が国での導入や見直しが検討課題となり得る制度及びそれらに係る諸外国における運用の詳細を調査し、我が国における制度・運用見直しの要否検討の基礎資料とするため、2024年度産業財産権制度各国比較調査研究事業として実施した「各国・地域の商標制度・運用に関する調査研究」の調査結果を2025年4月に公表*21。具体的には、以下の論点を調査の対象として、諸外国の法令・運用等を調査・整理するとともに、国内質問票調査及び国内外ヒアリング調査を実施。

(i) 部分拒絶制度

我が国では、商標審査での拒絶理由が一部の指定商品等のみを対象とする場合、補正等により拒絶理由が解消されなければ、出願全体が拒絶となる。一方、拒絶理由が解消されない場合、対象となっている指定商品等のみを拒絶し、保護を認容できる指定商品等については登録を認める「部分拒絶制度」を採用している国・地域も存在する。

そこで、各国・地域での制度・運用の詳細や、我が国での導入ニーズについて調査を実施。

*21



日本語 全体版

https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2024_04.pdf



日本語 要約版

https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2024_04-summary.pdf

(ii) Smell and Other Non-Traditional Trademarks and Applications Using Non-graphical Methods

In Japan, the following non-traditional trademarks are not eligible for protection: smell/olfactory marks, touch/tactile marks, and taste/gustatory marks (“Smell and Other Non-Traditional Trademarks”).

Following amendments to the Regulations Under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, it has become possible to file international registration applications for marks, such as sound marks, motion marks, or combinations thereof, by attaching representations of marks expressed by non-graphical methods, including audio or video file (“Applications Using Non-graphical Methods”). However, whether such marks are eligible for protection shall be determined by domestic law. In Japan, these marks are not eligible for protection.

Against this backdrop, the systems and operations in various countries concerning Smell and Other Non-Traditional Trademarks and Applications Using Non-graphical Methods, as well as the need for revising Japan’s system and operations were investigated.

(ii) におい等非伝統的商標と非グラフィカルな手法による出願

我が国では、非伝統的商標のうち「におい商標」「触覚商標」「味覚商標」（以下「におい等非伝統的商標」）は、保護対象ではない。

また、「標章の国際登録に関するマドリッド協定規則」の改正により、国際登録出願においては、音商標、動き商標又はこれらの組み合わせ等を、音声ファイルや動画ファイルといった、非グラフィカルな手法により表された標章として願書に添付した出願（以下「非グラフィカルな手法による出願」）が可能となったが、こうした標章を保護対象とするかは国内法によることになっており、我が国ではこれらの標章は保護対象ではない。

そこで、におい等非伝統的商標や非グラフィカルな手法による出願に関する各国における制度・運用の実態や、我が国における制度・運用の改正ニーズについて調査を実施。

5 Regional Collective Trademarks

The regional collective trademark system was introduced in April 2006 in order to more appropriately protect, as trademarks, regional brands that combine the name of a region and the name of the goods (or services)^{*22} Prior to the introduction of this system, trademarks comprised of “region name + goods (services) name” were not approved for registration unless they already possessed nationwide recognition. However, with this system, such trademarks can be now registered as long as there is recognition by consumers to a certain extent. [Figure 2-1-15]

- As of the end of December 2025, there were 1,383 applications filed, and 791^{*23} registrations were valid.

(i) The Logo Mark of Regional Collective Trademarks

“The Logo Mark of Regional Collective Trademarks”, which identifies that a local specialty is registered with the JPO as a regional collective trademark, was established with the aim of promoting the regional collective trademark system and enhancing the brand power of regional collective trademark products (services). In principle, only associations that own regional collective trademarks, the members of the associations, and those who have been licensed by associations to use regional collective trademarks may use the logo. The logo helps to differentiate products (services) from those of third parties. In addition, the logo is expected to help prevent trademark infringement by third parties by using it on product packaging, printed materials, and at events as a tool to publicize registration with the JPO as a regional brand. [Figure 2-1-16]

- As of the end of December 2025, 274 associations were using the logo.

5 地域団体商標

地域団体商標制度とは、地域名と商品（サービス）名を組み合わせた地域ブランドを、商標権としてより適切に保護するために、2006年4月に導入された制度である^{*22}。「地域名 + 商品（サービス）名」で構成される商標は、制度導入前は全国的な知名度がなければ登録が認められなかったが、制度導入後は一定範囲の需要者に認識されていれば登録可能となった。[2-1-15図]

- 2025年12月までに1,383件が出願され、791件^{*23}が有効に登録されている。

(i) 地域団体商標マーク

「地域団体商標マーク」は、地域の名物が地域団体商標として特許庁に登録されていることを示す証で、地域団体商標制度の普及と地域団体商標産品（サービス）のブランド力向上を目的として策定した。原則、地域団体商標を保有する団体、団体の構成員及び団体から地域団体商標の使用許諾を受けた者のみが使用できる。マークの有無による、第三者産品（サービス）との差別化に役立つとともに、商品のパッケージや印刷物、イベントの際などに、地域ブランドとして特許庁に登録されていることをPRするツールとして活用することで、第三者による商標権侵害を未然に防止する効果が期待される。[2-1-16図]

- 2025年12月までに274の団体が活用。

*22



English

<https://www.jpo.go.jp/e/system/trademark/gaiyo/chidan/index.html>



日本語

<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/index.html>

*23

Registration numbers by region are 44 for Hokkaido, 63 for the Tohoku region, 132 for the Kanto-Koshinetsu region, 71 for the Hokuriku region, 104 for the Tokai region, 171 for the Kinki region, 51 for the Chugoku region, 34 for the Shikoku region, 102 for the Kyushu region, and 18 for the Okinawa region, along with 3 for overseas countries (registrations spanning multiple regions are counted as one in each region).

登録件数を地域別に見ると、北海道44件、東北63件、関東・甲信越132件、北陸71件、東海104件、近畿171件、中国51件、四国34件、九州102件、沖縄18件に加えて、外国からの出願も3件登録されている（複数地域に跨がるものはそれぞれカウント）。

(ii) Dissemination and Awareness Raising

To further promote the regional collective trademark system, the JPO has held “Discover Charms! Regional Brand Festa”^{*24} since 2025. This event sells products registered in the regional collective trademark system, with a particular aim of increasing its awareness among general consumers. In February 2025, the festa was held at an event space in Tokyo Station for rights holders from areas affected by the 2024 Noto Peninsula Earthquake (Toyama, Ishikawa, and Fukui Prefectures). In August, October, and December, it was held at a venue near Omiya Station for rights holders from across Japan.

(ii) 普及啓発

地域団体商標制度の更なる普及を図るため、2025年から「魅力発見！地域ブランドフェスタ^{*24}」を開催。本事業は、地域団体商標に登録されている産品を対象とする販売会であり、特に一般消費者における制度の認知度向上を目的としている。2025年2月には令和6年能登半島地震の被災地（富山県、石川県、福井県）の権利者を対象に東京駅構内のイベントスペースで、8月、10月、12月には全国の権利者を対象として大宮駅近くの会場で実施。

Figure 2-1-15 Regional Collective Trademark Composition / 地域団体商標の構成

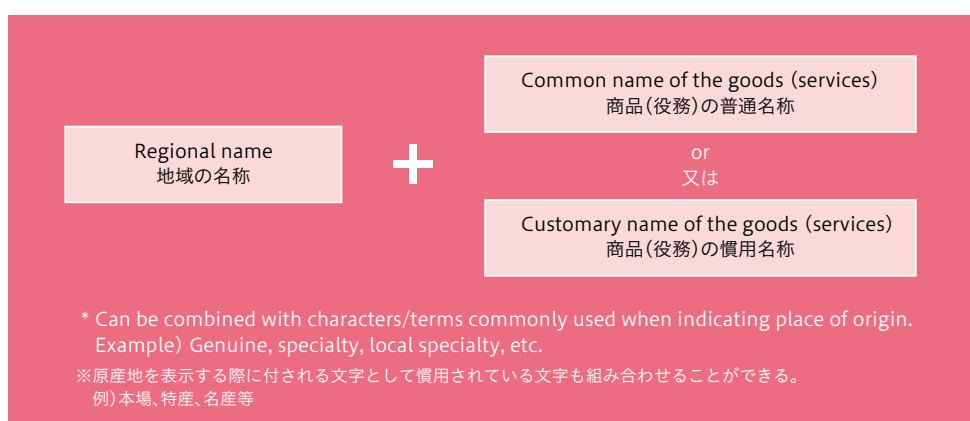


Figure 2-1-16 The Logo Mark of Regional Collective Trademarks / 地域団体商標マーク



*24



日本語

<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/brand-festa/index.html>

4 Trials and Appeals / 審判

1 Performance of Trials and Appeals

The status of the proceedings in 2025 is as shown in Figure 2-1-17. [Figure 2-1-17]

- Trial for invalidation, trial for correction, trial for rescission, and opposition are prioritized over ex-parte appeal cases in principle for early dispute resolution.
- The JPO gives priority to and conducts accelerated appeal proceedings for appeal against an examiner's decision of refusal cases upon application when the cases satisfy the specific requirements. In 2025, the number of applications for accelerated appeal proceeding*25 was 158 for patents, 1 for designs, and 23 for trademarks. The average pendency*26 was 3.7 months for patents, 3.7 months for designs, and 3.7 months for trademarks.

*25 The number of cases where the "Written Explanation of Circumstances Concerning Accelerated Appeal Proceedings" was submitted and the cases were transferred to the board in charge. When the cases that were not transferred to the board in charge (including cases that involve decision to grant a patent upon reconsideration by examiner before appeal proceedings) are included, the number of applications for accelerated appeal proceedings made in 2025 was 237 for patents, 1 for designs, and 28 for trademarks.

「早期審理に関する事情説明書」が提出され部門移管された件数。部門移管されなかった件数（前置登録された事件等）を含めると、2025年における早期審理の申請件数は、特許が237件、意匠が1件、商標が28件。

1 審判実績

2025年の審理の状況は、2-1-17図のとおり。[2-1-17図]

- 無効審判、訂正審判、取消審判及び異議申立てについては、紛争の早期解決を図るため、原則として査定系の審判事件より優先的に着手。
- 拒絶査定不服審判事件について、特定の要件を満たす場合、申請により審理を優先的に行う早期審理を実施。2025年における早期審理の申請件数*25は特許で158件、意匠で1件、商標で23件であり、審理期間*26は特許で平均3.7か月、意匠で平均3.7か月、商標で平均3.7か月。

*26 In the cases that are subject to accelerated appeal proceedings, the average pendency is an average Calendar Year (CY) period from the date it becomes ready to conduct proceedings after an application is filed, to the date an appeal decision is dispatched.

早期審理の対象となった事件について、申請がなされ審理可能となつてから審決が発送されるまでの期間の暦年平均。

Chapter 1 第1章

Figure 2-1-17 Status of Proceedings in 2025 / 2025 年審理の状況

	Appeal against an examiner's decision of refusal 拒絶査定不服審判		Invalidation trial 無効審判		Trial for correction 訂正審判		Opposition 異議申立て		Trial for rescission 取消審判	
	Number of dispositions 処理件数	Pendency 審理期間	Number of dispositions 処理件数	Pendency 審理期間	Number of dispositions 処理件数	Pendency 審理期間	Number of dispositions 処理件数	Pendency 審理期間	Number of dispositions 処理件数	Pendency 審理期間
Patents & Utility Models 特許・実用新案	8,932	15.1	133	13.9	166	3.5	1,229	8.3	-	-
Designs 意匠	395	8.0	5	14.2	-	-	-	-	-	-
Trademarks 商標	1,099	10.0	86	13.4	-	-	284	9.1	1,058	8.2

- Note:
- The number of dispositions (excluding oppositions) is the total number of requests granted (including requests partly granted), requests not granted (including dismissals), and withdrawals/abandonments. The number of dispositions (oppositions) is counted by opposed patent.
 - Pendency is the average processing period (in months) in CY from the date a request is filed (*1), to the date a trial/appeal decision is dispatched (*2), to the date a withdrawal or abandonment is finalized and concluded, or to the date a dismissal is dispatched.
 - (*1) The date a request is filed for opposition is the date an opposition is requested. The date for cases concerning "reconsiderations by examiners as one of appeal proceedings" in "appeal against examiner's decision of refusal" is the date it becomes ready to conduct proceedings (the date the case has been transferred to the board in charge).
 - (*2) In patent opposition cases, if a "notification of reasons for revocation" (advance notice of a decision) is to be made, it is the date the notice is dispatched. In trial for patent invalidation cases, if an "advance notice of a trial decision" is to be made, it is the date the notice is dispatched.
 - Only trial for invalidation is recorded for utility models.

- 備考:
- 処理件数（異議申立てを除く）は、請求成立（含一部成立）、請求不成立（含却下）、及び取下げ・放棄の件数の合計。処理件数（異議申立て）は権利単位の件数。
 - 審理期間は、審判請求日（※1）から、審決（又は決定）の発送日（※2）、取下げ・放棄の確定日、又は却下の発送日までの期間の暦年平均。単位は月。
 - （※1）異議申立てについては異議申立日。特許拒絶査定不服審判において前置審査に係る事件については審理可能となった日（部門移管日）。
 - （※2）特許異議の申立てにおいて取消理由通知（決定の予告）を行ったものはその発送日、特許無効審判において審決の予告を行ったものはその発送日。
 - 実用新案は、無効審判についてのみ計上。

2 Improvement of Proceedings

The JPO is implementing the following initiatives in order to further improve proceedings:

(i) Oral Proceedings

- In trials for invalidation and trials for rescission, oral proceedings where the panel and the parties orally assert against each other are proactively utilized in order to accurately grasp and sort out the points of dispute and to increase the parties' acceptance of the results.
- In 2025, 113 oral proceedings (of which 64 [56.6%] were online oral proceedings) were conducted. The JPO compiled materials related to the online oral proceedings launched in October 2021 and has made them available on the JPO website.*27

(ii) Circuit Trials and On-Site Interviews

- When companies, universities, etc. in the local regions are the parties concerned in trial and appeal cases, the panel may visit their regions at their request to conduct circuit trials (oral proceedings conducted for trials for invalidation) or on-site interviews (interviews aimed at facilitating communication on trial and appeal proceedings).
- In 2025, 2 circuit trials and 3 on-site interviews were conducted. Online interviews were conducted if onsite visits were difficult due to the COVID-19 outbreak.

(iii) Trial and Appeal Practitioner Study Group

- The "Trial and Appeal Practitioner Study Group", which gathers together practitioners such as corporate IP personnel, patent attorneys and lawyers, in addition to JPO chief administrative judges and administrative judges, and which studies trial/appeal decisions and court decisions based on actual cases, is convened. Judges of the Intellectual Property High Court and the Tokyo District Court also participate as observers.
- The study group deliberates a total of five themes and five cases related to patents and trademarks and releases a report that consolidates its findings.*28

2 審理の充実

審理を一層充実させるため、以下の取組を実施している。

(i) 口頭審理

- 無効審判や取消審判においては、的確な争点の把握・整理や当事者の納得感の向上のため、合議体と当事者双方が口頭で主張しあう口頭審理を積極的に活用。
- 2025年は、113件の口頭審理（内、オンライン口頭審理64件（56.6%））を実施。2021年10月から開始したオンライン口頭審理について、関係資料をまとめ、特許庁ウェブサイト*27に掲載。

(ii) 巡回審判・出張面接

- 地方の企業・大学などが審判事件の当事者である場合には、当事者の希望に応じて合議体が全国各地に赴き、巡回審判（無効審判の口頭審理）や、出張面接（審理に関して意思疎通を図るための面接）を実施。
- 2025年においては、2件の巡回審判、3件の出張面接を実施。新型コロナウイルス感染症の影響で出張が困難な場合は、オンライン面接を活用。

(iii) 審判実務者研究会

- 審判長・審判官に加えて、企業の知的財産部員、弁理士、弁護士などの実務者が一堂に会して、実例に基づき審決及び判決についての研究を行う「審判実務者研究会」を開催。知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所の裁判官もオブザーバー参加。
- 特許及び商標で計5テーマ及び5事例を検討し、その結果を取りまとめた報告書*28を公表。

*27



English

https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/oral_proceedings.html



日本語

https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/general-koto/online-kankeishiryu.html

*28



English

https://www.jpo.go.jp/e/resources/shingikai/kenkyukai/sinposei_kentoukai.html



日本語

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/sinposei_kentoukai.html

International Initiatives 国際的取組

1 Harmonization of IP Systems and Practices / 知的財産制度・運用の調和

In cooperation with WIPO and foreign IP offices, the JPO has been working to further harmonize IP systems and practices for improved convenience when an applicant files applications for the same invention in more than one country.

出願人が同じ発明について複数国に出願する場合の利便性を向上させるため、世界知的所有権機関（WIPO）や各国知的財産庁と協力して知的財産制度・運用の更なる調和に努めている。

1 WIPO*1

WIPO is a specialized United Nations (UN) agency for IP protection headquartered in Geneva, with 194 member states including Japan. WIPO carries out various activities, such as administering treaties related to IP, managing international application systems, developing IP rules, and providing IP support for developing countries.

1 世界知的所有権機関（WIPO）*1

WIPOは、ジュネーブに本部を置く、知的財産保護に関する国連の専門機関であり、我が国を含め194か国が加盟している。WIPOは、知的財産に関する諸条約の管理、国際出願制度の運用、知的財産に関するルールメイキング、知的財産分野での途上国支援などを行っている。

(i) EXPO 2025 International Forums on the Promotion of Intellectual Property Utilization for the SDGs*2 (October 2025, Osaka)

- At Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan,*3 the JPO, in collaboration with WIPO and other entities, held International Forums on the Promotion of Intellectual Property Utilization for the SDGs.
- The EXPO 2025 JPO-WIPO AWARD Ceremony honored companies that leverage IP to design a better future in the field of the environment and beyond. Roundtable discussions were also held on topics such as climate change approaches that utilize IP, and empowering women and other diverse talent in the field of IP.
- The JPO hosted International Forums, which brought together high-level officials from overseas, including WIPO Director General Daren Tang, as well as the heads of the European Patent Office (EPO) and IP

(i) SDGsに向けた知財活用の促進等に関する国際フォーラム*2（2025年10月、大阪）

- 大阪・関西万博*3において、日本国特許庁は、WIPO等と連携し、SDGsに向けた知財活用の促進等に関する国際フォーラムを開催。
- 気候変動や女性活躍等の分野においてより良い未来社会をデザインする知財活用企業を表彰するEXPO2025 JPO-WIPO AWARDの授賞式を行うとともに、知財を活用した気候変動問題へのアプローチや、知財分野における女性等幅広い人材の活躍促進などについてのラウンドテーブルを実施。
- WIPOタン事務局長の他、欧州特許庁（EPO）やブラジル・カナダ・チリ・中国・フランス・韓国・ラオス・フィリピンの知財庁の長官等、海外ハイレベルが一堂に会す国際フォーラムをホスト。一連のフォーラムの様子をウェブで世界に配信。知財分野におけるWIPO GREEN*4を活用した気候変動分野の課題解決や、女性と若者の活躍推進に向けた議論を、日本国特許庁がリードするとともに、当該

*1  English
<https://www.wipo.int/portal/en/>

*2  Outcomes of the EXPO 2025 International Forums on the Promotion of Intellectual Property Utilization for the SDGs 2025年SDGsに向けた知財活用の促進等に関する国際フォーラム結果概要
English
<https://www.jpo.go.jp/e/news/jpo-international-forum/ugoki/202510/2025101402.html>

 日本語
<https://www.jpo.go.jp/news/jpo-international-forum/ugoki/202510/2025101402.html>

*3 See Part 2, Chapter 3, 1.1 (i) “Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan”. 第2部第3章第1節第1項(i)「大阪・関西万博」参照

*4 See Part 2, Chapter 2, 3.5 “Collaboration with WIPO GREEN”. 第2部第2章第3節第5項「WIPO GREEN との協力」参照

offices in Brazil, Canada, Chile, China, France, Korea, Laos, and the Philippines. The series of forums were live streamed to the world. The JPO led discussions on climate change solutions using WIPO GREEN*4 and on empowering women and youth in the IP field, and informed domestic and global audiences about Japan's contributions in this field. In addition, WIPO and the respective IP offices jointly issued the "EXPO 2025 IP Message".

- Coinciding with the International Forums, WIPO launched the Green Technology Book EXPO Special Edition, which outlines green technologies that help solve global challenges. A number of green technologies of Japanese companies are listed in this book published by WIPO, a specialized UN agency.

分野における日本の貢献を国内外に発信。また、WIPO及び各知財庁の連名で、「EXPO 2025 IP Message」を发出。

- 本フォーラムに合わせ、WIPOが世界の課題解決に資するグリーン技術をまとめた「Green Technology Book 万博特別版」を発行。国連の専門機関であるWIPO発行の書籍に、日本企業のグリーン技術が多数掲載。



EXPO 2025 JPO-WIPO AWARD Ceremony


EXPO2025 JPO-WIPO AWARD 授賞式


(ii) Assemblies of the Member States of WIPO: Sixty-Sixth Series of Meetings*5 (July 2025, Switzerland)


- The assemblies discussed the activity report from each committee; amendments to the regulations on the Madrid System; and assistance for Ukraine, among other matters.
- Commissioner Kasai Yasuyuki delivered a General Statement on behalf of Japan.*6 He mentioned that the JPO welcomes the Global Entrepreneur Empowerment Program (GEEP) and IP Management Clinic (IPMC) in the area of WIPO's initiatives to support developing countries. In addition, he noted that the JPO and WIPO agreed to strengthen collaboration for supporting SMEs in developing countries*7 as well as cooperating in global initiatives. He also mentioned that the JPO recognizes the transformative impact of frontier technologies on IP systems, particularly AI, and that Japan is actively conducting domestic consultation in this area while participating in WIPO's discussions on these important

(ii) 第66回WIPO加盟国総会*5 (2025年7月、スイス)

- 各委員会の活動報告、マドリッド制度の規則改正、ウクライナ支援などについて議論。
- 我が国を代表して河西長官が一般演説*6を行い、中小企業・スタートアップ・起業家への支援に関するWIPOの取組としてGlobal Entrepreneur Empowerment Program (GEEP) やIPマネジメントクリニック (IPMC) などの取組を歓迎するとともに、途上国の中小企業支援について日本国特許庁がWIPOと連携強化することに合意しており*7、引き続き世界規模の取組に協力していく旨表明。また、日本国特許庁は、AIを含む最先端技術が知的財産制度に与える影響を認識し、WIPOにおけるこうした分野の議論に積極的に参加していく旨表明。そして、気候変動やSDGs達成等の社会課題解決に向けて、知的財産が重要な役割を担うものである旨言及するとともに、日本国特許庁が、Funds-in-Trust Japan Industrial Property Globalを通じた協力を含めWIPO GREEN*8などの取組を拡充していることや、大阪・関西万博において国際フォーラムを開催し、社会課題解決に向けて知財を活用するという考え方を広めていく旨表明。

*5  Outcomes of the 2025 Assemblies of the Member States of WIPO
2025年WIPO加盟国総会結果概要
日本語
<https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/wipo2025.html>

*6  General Statement (document)
一般演説 (文書)
English
<https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/document/wipo2025/01.pdf>

*7  English
<https://www.jpo.go.jp/e/news/ugoki/202402/2024022202.html>

 日本語
<https://www.jpo.go.jp/news/ugoki/202402/2024022202.html>

*8 See Part 2, Chapter 2, 3.5 "Collaboration with WIPO GREEN".
第2部第2章第3節第5項「WIPO GREEN との協力」参照

topics. Moreover, he mentioned that IP has played a crucial role in addressing global challenges such as climate change and achieving the SDGs, and also noted that the JPO is expanding its initiatives regarding WIPO GREEN*8, including through the FIT Japan IP global. Additionally, in conjunction with EXPO 2025 Osaka, Kansai, Japan, the JPO will host an international forum aiming to spread the vision of promoting IP utilization for solving social issues.



The Japanese delegation attending the Assemblies of the Member States

加盟国総会に参加する日本代表団



Commissioner Kasai delivering the General Statement; Assemblies of the Member States of WIPO

一般演説を行う河西長官と WIPO 加盟国総会の様子

2 Framework of Developed Countries concerning Patent System Harmonization (Group B+)

The Group B+, a framework of developed countries comprised of the IP offices of 47 countries and 2 organizations,*9 is aimed at moving toward harmonizing substantive patent law.

(i) Group B+ Plenary Meeting (July 2025, Switzerland)

- The main topics of grace period, conflicting applications, prior user rights toward patent system harmonization were discussed.

3 Trilateral Heads of Office Meeting

The Trilateral Heads of Office meeting is a forum established in 1983 by the JPO, the United States Patent and Trademark Office (USPTO), and the European Patent Office (EPO). Over the years they have discussed a wide range of items, including IT, work sharing, and the Patent Cooperation Treaty (PCT). Nowadays, the meeting is positioned as a policy discussion forum.

2 特許制度調和に関する先進国会合(B+会合)

B+会合は、47か国の特許庁及び2機関*9で構成される先進国の枠組みであり、特許の実体的側面での制度調和に向けた議論の方向性を見出すことを目的としている。

(i) B+会合 (2025年7月、スイス)

- 主にグレースピリオド、衝突出願(未公開先願)及び先使用権の論点について、特許制度調和の方向性を議論。

3 三極特許庁長官会合

三極特許庁長官会合は、日本国特許庁、米国特許商標庁 (USPTO)、欧州特許庁 (EPO) によって1983年に創設された枠組みであり、これまで、IT、ワークシェアリング、特許協力条約などの幅広い分野について議論を行ってきた。現在は、政策的な議論を行う場として位置付けられている。

*9 WIPO Group B (developed countries) member countries, EU member countries, European Patent Convention (EPC) member countries, the European Patent Office (EPO), the European Commission, and Korea.
WIPO・Bグループ(先進国)メンバー国、EUメンバー国、欧州特許条約(EPC)メンバー国、欧州特許庁(EPO)、欧州委員会及び韓国

(i) The 43rd Trilateral Heads of Office Meeting, etc.*10
(October 2025, U.S.)

The 43rd Trilateral Heads of Office meeting was held in Alexandria, the U.S., with WIPO participating as an observer. Ahead of this meeting, a Trilateral Heads of Office with Trilateral Industry meeting was held, joined by the Trilateral User Groups (IT3*11: Industry Trilateral) from Japan, the U.S., and Europe.

- At the Trilateral Heads of Office with Trilateral Industry meeting, the Trilateral Offices, WIPO, and the IT3 presented on the trends in filing patent application with the Offices, their impact on practices and procedures, and the use of training and IT tools and discussed the importance of working together among the Offices.
- Participants explained the considerations being made in Japan, the U.S., and Europe and exchanged views on the protection of AI-related inventions.
- The IT3 led an industry-focused panel discussion that examined AI-related legal and regulatory trends in each jurisdiction, and discussed their impact on the patent ecosystem.
- At the Trilateral Heads of Office meeting, the Offices and WIPO provided updates on their development plans and policies for modernizing IT tools. In particular, they confirmed the importance of cooperating with each other to achieve faster, lower-cost, and more precise patent examinations by utilizing AI.
- Looking ahead, the Offices agreed to establish a Trilateral AI Working Group and collaborate on various topics, including the development of a Trilateral AI Vision.

The 43rd Trilateral Heads of Office meeting from left to right, EPO (Vice President Rowan), IPO (President Gupta), BE (Legal Affairs Director Oliveira), USPTO (Under Secretary and Director Squires), AIPLA (Board of Directors member Morozova), JPO (Commissioner Kasai), JIPA (Vice President and Board Member Wakashiro)

第43回三極特許庁長官会合
左から、EPO（ローワン副長官）、IPO（グプタ会長）、BE（オリベイラ法務部長）、USPTO（スクワイアーズ長官）、AIPLA（モロゾフ理事）、JPO（河西長官）、JIPA（若代副理事長）

(i) 第43回三極特許庁長官会合等*10（2025年10月、米国）

第43回三極特許庁長官会合は、オブザーバーとしてWIPOを迎え、米国アレクサンドリアにて開催。また、この会合に先立ち、日米欧の三極ユーザー団体（IT3*11：Industry Trilateral）を更に含めた三極特許庁長官・ユーザー会合が開催。

- 三極特許庁長官・ユーザー会合では、各庁への特許出願の動向とそれによる実務や手続きへの影響、トレーニングやITツールの利用状況等について、三極特許庁、WIPO、IT3から紹介されるとともに、各庁間の協力の重要性について議論。
- AIが関連する発明の保護に関して日米欧における検討状況を紹介し、意見交換を実施。
- IT3の主導のもと、産業界に焦点を当てたパネルディスカッションが行われ、各法域におけるAIに関する法的及び規制の動向を検討し、特許エコシステムへの影響について議論。
- 三極特許庁長官会合では、三極特許庁とWIPOは、ITツールの近代化に関する開発計画と政策について、各庁・機関の現状を共有し、特にAIの利活用による特許審査の迅速化・低コスト化・高精度化の実現に向けた相互協力の重要性を確認。
- 三極特許庁はまた、三極の今後の協力活動として、AI分野に関する三極のワーキンググループを新たに設立し、三極共通のAIビジョンを作成することなどに合意。



*10 English
<https://www.jpo.go.jp/e/news/ugoki/202510/2025102301.html>



日本語
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nichibeiou/nitibeiou_meeting_43.html



*11 IT3: Japan Intellectual Property Association (JIPA), American Intellectual Property Law Association (AIPLA), Intellectual Property Owners Association (IPO), and BusinessEurope (BE)
IT3：日本知的財産協会（JIPA）、米国知的財産権法協会（AIPLA）、米国の財産権者協会（IPO）、ビジネス・ヨーロッパ（BE）

4 IP5 Meeting

The IP5 is a forum established in 2007 by the JPO, the USPTO, the EPO, the China National Intellectual Property Administration (CNIPA), and the Ministry of Intellectual Property (MOIP). The IP5 Offices cooperate broadly on issues such as harmonization of patent laws and practices, mutual utilization of examination results, enhancing the quality of patent examinations, and improving patent information services.

(i) The 18th IP5 Heads of Office Meeting*¹² (May 2025, China)

- The meeting focused on strategies for promoting the utilization and commercialization of IP to effectively support innovative development of the economy. On this topic, the IP5 Offices discussed their patent licensing and IP financing measures.
- The Offices confirmed ongoing cooperation in the field of new emerging technologies and AI (NET/AI) under the roadmap formulated in 2021.
- A meeting of the IP5 Heads of Office with IP5 Industry was also held the same day, where discussion took place on strengthening cooperation in the utilization and commercialization of IP. The Offices announced the release of the booklet titled, “The Role of IP in Fostering the Growth of SMEs”, which was compiled after the previous year’s IP5 Heads of Office Meeting.

The 18th IP5 Heads of Office Meeting
from left to right, then-KIPO (Commissioner Kim), EPO (President Campinos), CNIPA (Commissioner Shen), JPO (then-Commissioner Ono), WIPO (Senior Director Isozumi of the PCT Services Department)

第18回IP5長官会合
左から KIPO (当時) (キム庁長)、EPO (カンピーノス長官)、CNIPA (申局長)、日本国特許庁 (小野長官 (当時)) WIPO (五十榎上級部長)

4 五庁 (IP5) 会合

IP5会合は、日本国特許庁、米国特許商標庁 (USPTO)、欧州特許庁 (EPO)、中国国家知識産権局 (CNIPA)、韓国知識財産処 (MOIP) によって2007年に創設された枠組みであり、特許分野における制度運用調和・審査結果の相互利用・審査の質の向上・特許情報サービスの改善などの課題について、幅広い協力を行っている。

(i) 第18回IP5長官会合*¹² (2025年5月、中国)

- 経済の革新的発展を支援するための知財の活用と商業化の促進をテーマに、主に特許のライセンスや知財金融の分野における各庁の施策について議論。
- 2021年に策定した作業ロードマップに基づき、新技術・AIに関する五庁の協力を継続することを確認。
- 同日、長官・ユーザー会合が開催され、知財の活用と商業化に関する五庁と五庁ユーザー団体との連携の強化について議論。五庁から、2024年の長官会合の成果物である「中小企業の成長促進のための知財の役割」に関するレポートの完成を報告。



*12



English

<https://www.jpo.go.jp/e/news/ugoki/202506/2025060601.html>



日本語

<https://www.jpo.go.jp/news/ugoki/202506/2025060601.html>

5 ID5 Meeting

The ID5 is a framework established in 2015 to promote international cooperation in the field of industrial designs by the JPO, the USPTO, the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), the CNIPA, and the MOIP. The USPTO hosted the ID5 Mid Term Meeting and ID5 Annual Meeting in 2025.

(i) The 2025 ID5 Mid Term Meeting (May 2025, U.S.)

The JPO reported on the progress of the “Compilation of Industrial Design Statistics”, the “Indication for Registered Designs”, and the “Challenges for Design System Posed by New Technologies” led by the JPO.

(ii) The 11th ID5 Annual Meeting (October 2025, U.S.)

The ID5 Offices recognized the importance of new design challenges arising from the development of new technologies, such as the metaverse and generative AI, and confirmed their commitment to continue their cooperation on these matters. Additionally, they reviewed the outcomes and discussed future directions of the ten existing cooperative projects. The meeting decided to close the JPO-led “Indication for Registered Designs” project with the publication of a report and to adopt the “Comparison of Practices under the Hague System” project newly proposed by the MOIP/USPTO and the “Critical Requirements for International Design Applications” project newly proposed by the CNIPA. It was agreed that the CNIPA would host the ID5 Meeting in 2026. Furthermore, a user session and a side event, an international roundtable on “Artificial Intelligence and Industrial Designs”, were held for design system users, including industry associations and patent attorney associations. The outcomes of the meeting are published on the ID5 website.*13

The 11th ID5 Annual Meeting Office representatives.

From left to right, MOIP (IP Attaché Han of the Embassy of Korea in the U.S.), JPO (Director-General Kitamura of the Patent and Design Examination Department), USPTO (Acting Chief Policy Officer and Director for International Affairs Critharis), WIPO (Director Bisson of The Hague Registry [observer]), EUIPO (Director Laganovskis of the Cooperation and Partnerships Department), CNIPA (Director General Wu of the Design Examination Department/online)

第11回ID5年次会合各庁代表者。

左から、MOIP（ハン在米韓国大使館IPアタッシェ）、日本国特許庁（北村審査第一部長）、USPTO（クリサリス政策・国際業務部）、WIPO（ビソン ハーグ登録部長（オブザーバー参加））、EUIPO（ラガノフスキス 協力・パートナーシップ部長）、CNIPA（ウー外観設計審査部長/オンライン）

5 意匠五庁（ID5）会合

ID5は、日本国特許庁、米国特許商標庁（USPTO）、欧州連合知的財産庁（EUIPO）、中国国家知識産権局（CNIPA）、韓国知識財産処（MOIP）により、意匠分野における国際的な協力を推進するために、2015年に創設された枠組みである。2025年におけるID5中間会合及びID5年次会合は、USPTOがホストとして開催。

(i) 2025年ID5中間会合（2025年5月、米国）

日本国特許庁がリードする「ID5統計」、「登録意匠表示」、「新技術がもたらす意匠制度の課題」について、進捗状況を報告。

(ii) 第11回ID5年次会合（2025年10月、米国）

メタバースや生成AIなどの新技術の発展による、意匠についての新たな課題の重要性を認識し、各庁が引き続き協力を進めていくことを確認するとともに、既存の10の協力プロジェクトについて、成果の確認と今後の進め方について議論を行い、JPOリードの「登録意匠表示」では報告書を公開してプロジェクトをクローズすることを、MOIP/USPTOが新規提案した「ハーグ制度における実務の比較」及びCNIPAが新規提案した「ID5における国際意匠出願の重要要件」を採択することを決定。また、2026年のID5会合はCNIPAが主催することで合意。さらに、業界団体・代理人団体などを対象としたユーザーセッション、サイドイベントとして国際ラウンドテーブル「AIと意匠」を開催。なお、今次会合の成果は、ID5ウェブサイト*13で公開。



*13



English

<https://id-five.org/main-outcomes-from-the-2025-id5-annual-meeting/>

6 TM5 Meeting

The TM5 is a framework established in 2011 to promote international cooperation in the field of trademarks by the JPO, the USPTO, the EUIPO, the CNIPA, and the MOIP. The USPTO hosted the TM5 Mid Term Meeting and TM5 Annual Meeting in 2025.

(i) The 2025 TM5 Mid Term Meeting (May 2025, U.S.)

The JPO reported on the progress of the “Bad-Faith Trademark Project”, the “IT Support for Trademark Examination Project”, and the “User Involvement Project” led by the JPO.

(ii) The 14th TM5 Annual Meeting (October 2025, U.S.)

At the meeting, the TM5 Offices discussed the progress and objectives of the 11 cooperative projects which are presently being promoted by the TM5 to enhance cooperation among the Offices in trademark systems and operations, and agreed to adopt one new project. Furthermore, a user session was held for user representatives from industry associations and patent attorney associations. It was agreed that the CNIPA would host the TM5 Meeting in 2026. The outcomes of the meeting are published on the TM5 website.*14

The 14th TM5 Annual Meeting
from left to right, USPTO (Acting Commissioner for Trademarks Vavonese), USPTO (Under Secretary and Director Squires), MOIP (IP Attaché Han of the Embassy of Korea in the U.S.), EUIPO (Director Laganovskis of the Cooperation and Partnerships Department), JPO (Director-General Morota of the Trademark and Customer Relations Department), WIPO (Senior Director Muls of the Madrid Registry, Brands and Designs Sector [observer])

第14回TM5年次会合
左から、USPTO（ヴァボネーズ商標局長）、USPTO（スクワイアーズ長官）、MOIP（ハン在米韓国大使館IPアタッシェ）、EUIPO（ラガノフスキス協力・パートナーシップ部長）、日本国特許庁（師田審査業務部長）、WIPO（ムルズブランドデザイン部長（オブザーバー参加））

6 商標五庁（TM5）会合

TM5は、日本国特許庁、米国特許商標庁（USPTO）、欧州連合知的財産庁（EUIPO）、中国国家知識産権局（CNIPA）、韓国知識財産処（MOIP）により、商標分野における国際的な協力を推進するために、2011年に創設された枠組みである。2025年度におけるTM5中間会合及びTM5年次会合は、USPTOがホストとして開催。

(i) 2025年TM5中間会合（2025年5月、米国）

日本国特許庁がリードする「悪意の商標プロジェクト」、「商標審査を補助するITツールプロジェクト」、「ユーザー参画プロジェクト」の進捗状況を報告。

(ii) 第14回TM5年次会合（2025年10月、米国）

今次会合は、五庁間の商標制度・運用の協力を目的としてTM5が推進する11の協力プロジェクトについて、進捗や目標に関して議論を行うとともに、1つの新規プロジェクトの採択に合意。また、業界団体・代理人団体などを対象としたユーザーセッションを開催。さらに、2026年のTM5の会合は、CNIPAが主催することで合意。なお、今次会合の成果は、TM5ウェブサイト*14で公開。



*14



English

<https://tmfive.org/2025-tm5-annual-meeting/>

7 Meetings with East Asia

Heads meetings have been held since 1983 between the JPO and the MOIP, since 1994 between the JPO and the CNIPA, and since 2001 among the JPO, the CNIPA, and MOIP. The offices cooperate with each other in the fields of patents, designs, and trademarks, etc.

- The 14th Japan-China-Korea Design Forum was held as part of the trilateral cooperation on designs (September 2025, Japan).

In addition, as a non-intergovernmental framework, the Japan-Taiwan Economic and Trade Conference has been co-hosted by the Japan-Taiwan Exchange Association and the Taiwan Japan Relations Association since 1976, where issues such as IP right protection have also been discussed. Based on an agreement made at the Japan-Taiwan Economic and Trade Conference, information on the latest measures as well as examination and trial/appeal practices on both sides has been exchanged with the aim of increasing the mutual understanding of and further improving both IP systems and practices under the framework of the host associations, with the cooperation of examiners and administrative judges of the JPO and the Taiwan Intellectual Property Office (TIPO) in the fields of patent, design, trademark, and trial/appeal.

- The 49th Japan-Taiwan Economic and Trade Conference was held (November 2025).

7 東アジア地域の会合

日韓では1983年以降、日中では1994年以降、日中韓では2001年以降、長官会合を開催し、特許、意匠、商標分野などでの協力を行っている。

- 日中韓での意匠分野の協力の一つとして、第14回日中韓デザインフォーラムを開催（2025年9月、日本）。

また、非政府間の枠組みとして、日本台湾交流協会と台湾日本関係協会が主催する日台貿易経済会議が1976年から開催されており、知的財産権の保護等についても継続的に協議が行われている。双方の知的財産制度・運用の相互理解や更なる改善に向け、日台貿易経済会議での合意に基づき、両協会の枠組みの下で特許、意匠、商標、審判の各分野において双方の審査官・審判官が協力し、双方の最新施策や審査・審判実務について情報交換を行っている。

- 第49回日台貿易経済会議を開催（2025年11月）。

8 Initiatives for IP Protection Through Economic Partnership Agreements

Japan has actively concluded economic partnership agreements (EPAs), mainly with Asian countries, with the aim of strengthening wide-ranging economic relations. IP is included in the areas of negotiations, as part of the efforts for developing an environment that contributes to trade and investment expansion. In IP related negotiations, Japan seeks adequate, effective, and balanced IP protection that exceeds the level of the TRIPS Agreement, as well as efficient and transparent practices and sufficient and effective enforcement. In addition, Japan carries out initiatives that require counterpart countries to appropriately and thoroughly implement EPAs that have entered into force.

(i) EPAs under Negotiation and the Signing of an EPA Amending Protocol

- Japan engaged in negotiations for EPAs, including with Bangladesh, the United Arab Emirates (UAE), the Gulf Cooperation Council (GCC), and Turkey. An agreement in principle was reached on the Japan-Bangladesh EPA in December 22, 2025. Negotiations will continue for the remaining EPAs toward the conclusion of comprehensive, high-level, and mutually beneficial agreements.
- The Protocol Amending the Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership, signed in August 2024, was approved by the Diet in April 2025. This protocol expands the agreement by, inter alia, including endeavors to accede to the Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs and ensuring opportunities for correcting errors in translations of patent applications in foreign languages.

8 経済連携協定を通じた知的財産保護の取組

我が国は、幅広い経済関係の強化を目指して、アジア諸国を中心に経済連携協定（EPA）の締結を積極的に行っており、貿易・投資拡大に資する環境整備の一環として知的財産についても交渉分野に含めている。知的財産分野での交渉においては、TRIPS協定に規定される保護水準を上回る十分な、かつ、効果的であり、バランスの取れた知的財産保護を目指すとともに、効率的かつ透明性のある運用、及び、十分かつ効果的なエンフォースメントの確保を目指している。また、発効済のEPAについて、相手国に対して適切かつ確実な履行を求める取組も行っている。

(i) 交渉中のEPA・署名されたEPA改正議定書

- 我が国は、日・バングラデシュEPA、日・アラブ首長国連邦（UAE）EPA、日・湾岸協力理事会（GCC）EPA、日・トルコEPAなどの交渉を行っており、日・バングラデシュEPAは、2025年12月22日に大筋合意。引き続き、残りのEPAについて、包括的、高水準かつ互恵的な協定の締結に向けて交渉を継続する予定。
- また、2024年8月に署名された日・インドネシアEPA改正議定書が、2025年4月に国会で承認。この改正議定書は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定への加入に努めることや、特許に関する外国語書面に係る翻訳文の訂正機会を確保することが追加されるなど、日・インドネシアEPAの内容を拡充するもの。

9 IP Protection Initiatives of the WTO Council for TRIPS

The World Trade Organization (WTO) is an international organization which implements and administers the WTO agreements stipulating international rules related to trade (Agreement Establishing the World Trade Organization and its Annexes), with 166 member countries and regions as of April 2025. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) aims to oblige member countries and regions to adopt minimum standards of protection for IP rights and establish procedures for the enforcement of those rights. The WTO's TRIPS Council examines compliance with the obligations under the TRIPS Agreement and discusses matters related to the agreement at its regular meetings held three times a year, among other fora.

(i) Other Discussions at the TRIPS Council

Japan has been proactively sharing information and exchanging opinions with other members regarding various matters related to the TRIPS Agreement. For example, under “IP & Innovation”, an agenda item discussed at successive regular meetings of the TRIPS Council, Japan has actively presented its initiatives in line with the topics covered at each meeting. The topic for 2025 was technology transfer case studies. Japan contributed to the lively discussion by highlighting examples, including Japanese companies that used IP and transferred technology in their African, Southeast Asian, and other businesses, and WIPO GREEN.

9 WTO / TRIPS 理事会における知的財産保護への取組

世界貿易機関（WTO）は、貿易に関連する様々な国際ルールを定めたWTO協定（WTO設立協定及びその付属協定）の実施・運用などを行う国際機関であり、2025年4月時点で166の国・地域が加盟。TRIPS協定は、知的財産権全般について保護水準や権利行使手続の整備を加盟国・地域間に義務づけることを目的としており、WTOのTRIPS理事会では、TRIPS協定に関し、同協定に基づく義務の遵守状況の審査や、同協定に関する事項についての協議などが行われ、毎年3回開催される通常会合などで議論がされている。

(i) その他のTRIPS理事会における議論

TRIPS協定に関する様々な事項について、我が国は積極的に他メンバーとの間で情報共有や意見交換を行っている。例えば、TRIPS理事会の累次の通常会合において議論されている議題であるIP & Innovationでは、各回で取り上げられたテーマに沿って我が国の取組を積極的に紹介している。2025年のテーマは技術移転の事例紹介であり、我が国からはアフリカや東南アジア等への事業展開の中で知財を活用しながら技術移転を行った民間企業の事例やWIPO GREEN等を紹介し、議論の活性化に貢献。

2 Support for Improvement of IP Systems in Emerging and Developing Countries / 新興国・途上国における知的財産制度整備の支援

Companies from around the world regard emerging and developing countries such as ASEAN countries and India as promising locations for their business development. In these emerging and developing countries, there is a pressing need to improve and strengthen IP systems from the perspective of developing the investment environment.

1 ASEAN

The JPO is cooperating with the ASEAN IP offices, not only through bilateral support based on their respective needs, but also through multilateral platforms such as the ASEAN-Japan Heads of IP Offices Meeting.

(i) ASEAN-Japan Heads of IP Offices Meeting (August 2025, Thailand)*15

The 15th ASEAN-Japan Heads of IP Offices Meeting was held in August 2025.

- The meeting facilitated the formulation of the FY2025-2026 Japan-ASEAN IP Rights Action Plan, which includes promoting cooperation in human resource development and improving the quality of patent examination.
- In addition, the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) presented reports on studies related to branding strategies, as well as the patent examination practices of pharmaceuticals and other remarkable technologies.

The 15th ASEAN-Japan Heads of IP Offices Meeting

第15回日ASEAN特許庁長官会合

ASEAN諸国やインドなどの新興国・途上国は、各国企業から事業展開先として有望視されている。これら新興国などにおいては、投資環境の整備などの観点から、知的財産制度の整備・強化が急務となっている。

1 ASEAN

日本国特許庁は、それぞれの国のニーズに基づいた2国間の支援だけでなく、日ASEAN特許庁長官会合などの多国間場を活用して、ASEAN諸国の知的財産庁との協力を進めている。

(i) 日ASEAN特許庁長官会合 (2025年8月、タイ)*15

2025年8月に第15回日ASEAN特許庁長官会合を開催し、2025年度における協力事項として「日ASEAN知財アクションプラン2025-2026」を策定。また、東アジア・ASEAN経済研究センター（ERIA）が、ASEAN各国と協力して実施しているブランディング戦略にかかる調査研究、及び医薬等の注目技術の特許審査に関する調査研究について報告を実施。



*15



English

<https://www.jpo.go.jp/e/news/ugoki/202508/2025082101.html>



日本語

<https://www.jpo.go.jp/news/ugoki/202508/2025082101.html>

(ii) High-level and Working-level Interactions

- The JPO presented Japan's examination guidelines tailored to specific technical fields at an ERIA-organized workshop on patent examination practices in the ASEAN region (July 2025, Tokyo).
- The JPO delivered opening remarks at a WIPO-organized event titled "WIPO Dialogue on IP and SMEs in Asia and the Pacific Region" which was supported by the Funds-in-Trust, Japan Industrial Property Global (August 2025, Singapore).
- Bilateral meetings were held between senior officials from the JPO and ASEAN IP offices.

(iii) Support provided by the JPO to ASEAN IP Offices

- Dispatching long-term experts to Indonesia and Vietnam to provide timely and on-demand support
- Conducting training and holding seminars for personnel of ASEAN IP offices on matters including examination practices for patents, trademarks, and designs
- Organizing a follow-up seminar for training alumni, which also encouraged them to maintain and strengthen their networks with Japan (December 2025, Thailand).

(ii) ハイレベル・実務者レベルにおける交流の促進

- ERIA主催のASEAN地域における特許審査実務ワークショップに登壇し、日本の分野別審査基準等を紹介（2025年7月、東京）。
- WIPO主催のイベント「WIPO地域ダイアログ～アジア太平洋地域における知的財産と中小企業」にて冒頭挨拶に登壇（2025年8月、シンガポール）。
- 日本国特許庁幹部と、ASEANの国々の知的財産庁幹部との2国間の会談を実施。

(iii) 各知的財産庁への支援

- インドネシア、ベトナムに専門家を長期派遣し、タイムリーかつオンデマンドな支援を実施。
- ASEANの国々の知的財産庁職員に対し、特許・商標・意匠の審査実務などに関する研修やセミナーを実施。
- 日本国特許庁により提供された研修の修了生のフォローアップ及び我が国とのネットワークの維持・強化を目的としたフォローアップセミナーを実施（2025年12月、タイ）。

2 South Asia and Central Asia

The JPO is cooperating with IP offices in South and Central Asian countries under memorandums of cooperation (MOC) and action plans in the IP field.

- The JPO and the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry of India held the 6th JPO-DPIIT Review Meeting (December 2025, India).

2 南アジア・中央アジア

日本国特許庁は、知的財産分野の協力覚書やアクションプランに基づき、南アジア・中央アジア諸国の知的財産庁との協力を進めている。

- インド商工省産業国内取引促進局（DPIIT）との間で第6回日印知的財産評価会合を実施（2025年12月、インド）。

6th JPO-DPIIT Review Meeting

第6回日印知的財産評価会合



3 Middle East and Africa

The JPO has established close cooperative relationships with the countries of the Middle East and Africa not only bilaterally but also through multilateral frameworks.

- Deputy Commissioner Yasuda Futoshi and the UAE Ministry of Economy and Tourism, the Israel Patent Office, the Egyptian Intellectual Property Authority (EGIPA), and the African Intellectual Property Organization (OAPI) held bilateral meetings (July 2025, Switzerland).
- The heads of the EGIPA and the South African Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) visited Japan for the 9th Tokyo International Conference on African Development and exchanged views with Commissioner Kasai (August 2025, Japan).
- Deputy Commissioner Yasuda attended a session of the Council of Ministers of the African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO). In his opening address, he expressed the JPO's commitment to continued cooperation to facilitate Africa's autonomous and sustainable development in the area of IP (November 2025, Ghana).
- Deputy Commissioner Yasuda held a bilateral meeting with ARIPO (November 2025, Ghana).
- Deputy Commissioner Yasuda attended a session of the Administrative Council of OAPI. In his opening address, he expressed the JPO's commitment to continued cooperation to facilitate Africa's autonomous and sustainable development in the area of IP (December 2025, Republic of Congo).
- Deputy Commissioner Yasuda held a bilateral meeting with OAPI (December 2025, Republic of Congo).

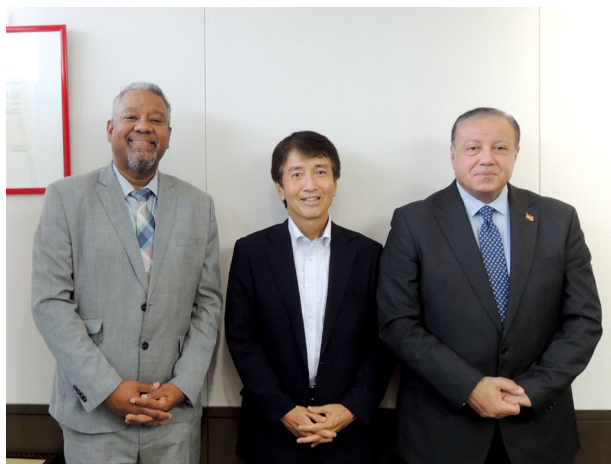
Courtesy call on the Commissioner by South Africa and Egypt; from left to right, CIPC (Commissioner Voller), JPO (Commissioner Kasai), EGIPA (Chairman Azmi)

南アフリカ、エジプトによる長官表敬（左から南アフリカ企業・知的所有権委員会（ボラー長官）、日本国特許庁（河西長官）、エジプト知的財産庁（アズミー議長）

3 中東・アフリカ

日本国特許庁は中東・アフリカ諸国との間で、2国間だけでなく、多国間の枠組みを通じて、密接な協力関係を築いている。

- 安田技監とUAE経済観光省、イスラエル特許庁、エジプト知的財産庁、アフリカ知的財産機関（OAPI）との間でそれぞれ2国間の会合を実施（2025年7月、スイス）。
- 第9回アフリカ開発会議の開催にあわせて、エジプト知的財産庁と南アフリカ企業・知的所有権委員会の長官級が来日し、意見交換を実施（2025年8月、日本）。
- アフリカ広域知的財産機関（ARIPO）大臣評議会に安田特許技監が出席し、冒頭挨拶において、知的財産の側面から、アフリカの自立的・持続的発展に貢献する協力を継続していく旨を表明（2025年11月、ガーナ）。
- 安田特許技監がARIPOとの間で2国間の会合を実施（2025年11月、ガーナ）。
- OAPI執行評議会に安田特許技監が出席し、冒頭挨拶において、知的財産の側面から、アフリカの自立的・持続的発展に貢献する協力を継続していく旨を表明（2025年12月、コンゴ共和国）
- 安田特許技監がOAPIとの間で2国間の会合を実施（2025年12月、コンゴ共和国）。



4 Central and South America

The JPO is building close cooperative relationships with Central and South American countries by cooperating in human resource development and examination, including multilateral support through WIPO.

- Commissioner Kasai held bilateral meetings with the President of the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI) and the Director General of the Chilean National Institute of Industrial Property (INAPI), respectively (July 2025, Switzerland).

5 Providing Training for Emerging and Developing Countries, etc.

The JPO has been providing training, etc. in order to improve and strengthen the IP systems in emerging and developing countries.

- The JPO provided support, including dispatching experts, for the holding of workshops on examination in the PCT national phase for patent examiners in Uruguay and Andean countries, workshops on the Madrid System and practices for officials from the IP office in Vietnam, enforcement workshops for Sub-Saharan African countries, workshops on IP creation education for instructors in the ASEAN region, etc.
- The JPO conducted 15 training courses by invitation for IP-related personnel (such as government officials, including examiners, and IP-related personnel from private companies and universities) from various countries (mainly the Asia-Pacific region, Central and South America, and Africa). The JPO conducted training on a variety of topics, such as examination practices, SME support, IT system, anti-counterfeit measures, and Academia-Industry Collaboration. The trainees also exchanged views on various IP issues.

4 中南米

日本国特許庁は中南米諸国との間で、WIPOを通じた多国間の支援をはじめ、人材育成や審査協力を継続的に実施し、密接な協力関係を築いている。

- 河西長官と、ブラジル産業財産庁長官、チリ産業財産権庁長官との間でそれぞれ2国間の会合を実施（2025年7月、スイス）。

5 新興国・途上国との間における研修提供等

日本国特許庁は、新興国・途上国における知的財産制度の整備・強化のため、研修の提供などを実施している。

- ウルグアイやアンデス諸国の特許審査官を対象としたPCT国内段階の審査に関するワークショップや、ベトナムの知的財産庁職員を対象としたマドリッド制度・実務に関するワークショップ、サブサハラ諸国を対象としたエンフォースメントに関するワークショップ、ASEAN地域の教師を対象にした知財創造教育に関するワークショップなどについて、日本国特許庁からの専門家派遣も含め開催を支援。
- アジア太平洋地域、中南米、アフリカ諸国などを中心とする国々の知的財産関係者（審査官を含む政府職員、民間企業及び大学における知的財産関係者など）に対し15の研修コースを招へいで提供。審査実務、中小企業支援、情報化、模倣品対策、産学連携などの様々な研修コンテンツを提供するとともに、参加国間で情報交換を実施。



Trainees from developing countries paying a courtesy call on senior officials of the JPO

途上国研修生による特許庁幹部表敬

6 International Training Instructors^{*16}

The JPO provides cooperation on the practical aspects of patent examination, mainly through its international training instructors, to examiners in emerging countries including ASEAN countries, in order to support Japanese companies expanding their business to those countries.

- The international training instructors are comprised of 35 examiners (as of December 2025) with extensive practical experience in patent examination.
- In 2025, a total of 18 international training instructors and others provided in-person training for a total of approx. 390 examiners in emerging countries on patent examination practices, such as the JPO's guidelines for determination of inventive step (Multi-Factor Reasoning [MFR]).

6 国際研修指導教官^{*16}

日本国特許庁では、日本企業の新興国などへのグローバルな事業展開を支援するため、国際研修指導教官を中心として、ASEAN諸国をはじめとする新興国審査官に対する特許審査実務面での協力を行っている。

- 国際研修指導教官は、特許審査の実務経験が豊富な審査官35名（2025年12月時点）から構成。
- 2025年は、国際研修指導教官など延べ18名が、新興国の審査官延べ約390名に対し、対面にて、JPOの進歩性判断基準（Multi-Factor Reasoning, MFR）などの特許審査実務に関する研修を提供。

*16



English

https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/developing/gpa_training/index.html



日本語

https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing/gpa_training/index.html

3 Cooperation and Collaboration with Foreign IP Offices and Related Agencies / 海外特許庁・関係機関との連携・協力

1 International Cooperation on Examination

(i) Patent Prosecution Highway (PPH) [Figure 2-2-1] [Figure 2-2-2] [Figure 2-2-3] [Figure 2-2-4]

The PPH is a framework where, if there are claims that have been deemed patentable by the Office of Earlier Examination (OEE; Office of First Filing), then upon request from applicants, applications containing the claims may undergo accelerated examinations through simplified procedures at the Office of Later Examination (Office of Second Filing), a PPH partner of OEE. The world's first PPH, proposed by the JPO, was launched between Japan and the U.S. in July 2006 as a pilot program.

In addition, the JPO serves as the secretariat of the “Global Patent Prosecution Highway (GPPH)”, a multinational framework launched in January 2014. In GPPH, all types of PPH, including PPH MOTTAINAI*17 and PCT-PPH, are available among the participating IP offices.

- As of January 2026, 56 IP offices have implemented PPH.
- The JPO has implemented PPH with 46 IP offices as of January 2026.
- The JPO commenced a bilateral PPH with the Ministry of Industry and Commerce (MOIC) of the Kingdom of Bahrain in January 2026.
- In January 2026, with ARIPO joining GPPH, the JPO launched PPH with ARIPO.
- PPH pilot program with the Department of Intellectual Property (DIP) of Thailand: the pilot period was extended by two years from January 2026. A new type of PPH was also launched in January 2026. In exchange for the JPO, as the OEE, providing the key examination points to the DIP, the DIP will further speed up its examinations.
- PPH pilot program with the Intellectual Property Office of Viet Nam (IPVN): the pilot period was extended by three years from April 2025.
- PPH program with the Saudi Authority for Intellectual

1 審査分野の国際協力

(i) 特許審査ハイウェイ (PPH) [2-2-1図] [2-2-2図] [2-2-3図] [2-2-4図]

PPHとは、先行審査庁（第一庁）で特許可能と判断された発明が存在する場合に、先行審査庁とこの取組を実施している後続審査庁（第二庁）において、出願人の申請により、当該発明を含む関連出願に対し簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みである。世界初のPPHは、日本国特許庁の提唱により、2006年7月に日米間で試行開始された。また、日本国特許庁は、2014年1月に開始された多数国間の枠組みである「グローバル特許審査ハイウェイ (GPPH)」の事務局を務めている。GPPHでは、参加庁間においてPPH MOTTAINAI*17やPCT-PPHを含む全てのPPHが利用可能である。

- 2026年1月時点で、56の庁がPPHを実施。
- 日本国特許庁は、2026年1月時点で46の庁とPPHを実施。
- 日本国特許庁は、2026年1月からバーレーン王国工業商業省 (MOIC) との二国間PPHを開始。
- 2026年1月にアフリカ広域知的財産機関 (ARIPO) がGPPHに参加したことに伴い、日本国特許庁はARIPOとのPPHを開始。
- タイ知的財産局との間で実施しているPPH試行プログラムについて、試行期間を2026年1月から2年間延長。2026年1月から、先行庁である日本国特許庁の審査内容のポイントをタイ知的財産局に提供する代わりにタイ知的財産局での審査をさらに早期化する新しい形のPPHを開始。
- ベトナム国家知的財産庁との間で実施しているPPH試行プログラムについて、試行期間を2025年4月から3年間延長。
- サウジアラビア知的財産総局との間で実施しているPPHについて、2026年1月1日の延長更新の際に、実施期間を無期限化。
- 各庁のPPH実施状況や統計情報などは、PPHポータルサイト*18からワンストップで取得可能。
- 2026年1月時点で、GPPH参加庁数は29庁。

*17 PPH MOTTAINAI is a framework that enables the applicant to request PPH for an application determined to be patentable by the OEE, regardless of which of the two partner offices first receives the patent application. PCT-PPH is a framework that enables the applicant to request PPH for an application whose patentability is positively assessed in a written opinion or international preliminary examination report at the PCT international phase. PPH MOTTAINAI (モッタイナイ) とは、どの庁に先に特許出願をしたかにかかわらず、先行審査庁による特許可能との判断に基づき、PPHの申請を可能とする枠組みであり、PCT-PPHとは、PCT国際段階において見解書又は国際予備審査報告で特許可能と判断された見解に基づき、PPHの申請を可能とする枠組み。

*18  English
<https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/index.html>
 日本語
<https://www.jpo.go.jp/toppage/pph-portal-j/index.html>

Chapter 2 第2章

Property (SAIP): the period was made indefinite during the extension and renewal on January 1, 2026.

- The PPH Portal Site*18 provides one-stop access to information on the PPH implementation status and statistics of IP offices.
- As of January 2026, 29 IP offices have participated in GPPH.

Figure 2-2-1 Outline of the Patent Prosecution Highway (PPH) / 特許審査ハイウェイ (PPH) の概要

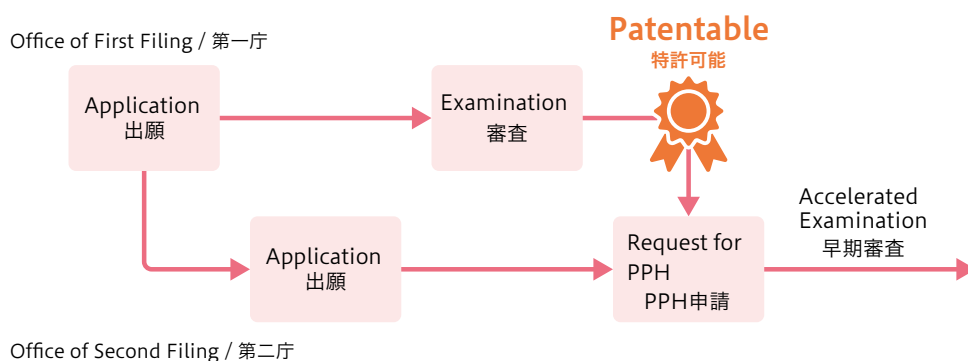
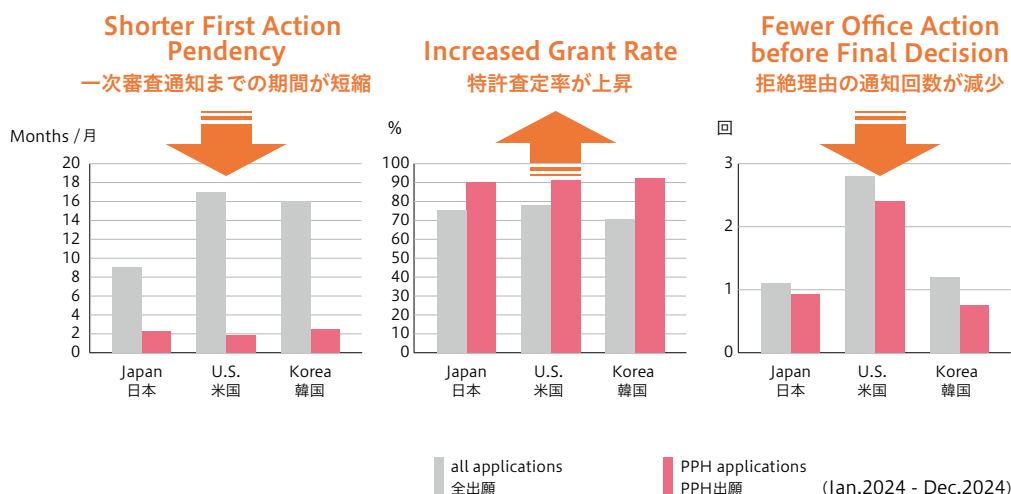


Figure 2-2-2 Effects of the Patent Prosecution Highway (PPH) / 特許審査ハイウェイ (PPH) の効果



Source: IP5 PPH metrics 2024 (<https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/ip5-pph.html>)

Figure 2-2-3 Offices Participating in the Patent Prosecution Highway (PPH) / 特許審査ハイウェイ (PPH) 参加庁

As of January 2026 / 2026年1月現在

PPH Participating Offices / PPH参加庁

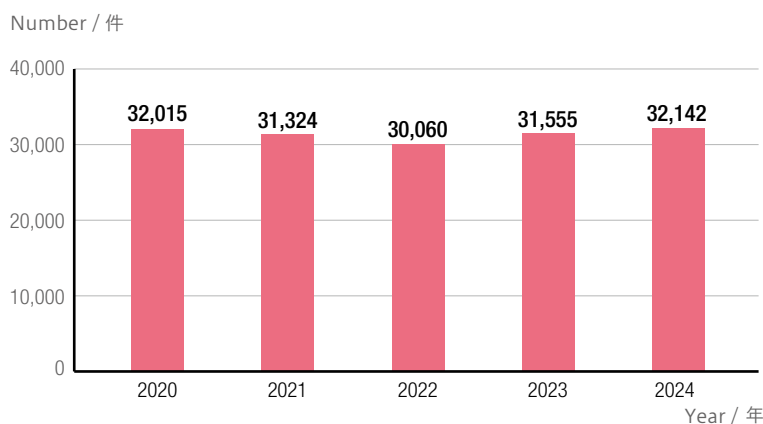
GPPH Participating Offices / GPPH参加庁

APO (Austria)	ARIPO (Africa)	CIPO (Canada)	DKPTO (Denmark)	DPMA (Germany)	EPA (Estonia)	HIPO (Hungary)	ILPO (Israel)
INAPI (Chile)	INDECOPI (Peru)	INPI (Brazil)	INPI (Portugal)	IP Australia (Australia)	IPONZ (New Zealand)	IPOS (Singapore)	ISIPO (Iceland)
JPO (JAPAN)	MOIP (Korea)	NIPO (Norway)	NPI (Nordic)	PPO (Poland)	PRH (Finland)	PRV (Sweden)	ROSPATENT (Russia)
SIC (Colombia)	SPTO (Spain)	UKIPO (UK)	USPTO (USA)	VPI (Visegrad)			

CNIPA (China)	CNR* (El Salvador)	DGIP (Indonesia)	DIGERPI* (Panama)	DINAPI* (Paraguay)	DIP (Thailand)	DNPI* (Uruguay)	EAPO (Eurasia)
EGPO (Egypt)	EPO (Europe)	IMPI (Mexico)	INPI* (Argentina)	INPI (France)	IPO CZ (Czech)	IPOPHL (Philippines)	IPVN (Vietnam)
MOIC (Bahrain)	MYIPO (Malaysia)	NRIP* (Nicaragua)	OMPIC (Morocco)	ONAPI* (Dominican Republic)	OSIM (Romania)	RN* (Costa Rica)	SAIP (Saudi Arabia)
SENADI* (Ecuador)	TIPO (Taiwan)	TURKPATENRT (Turkey)					

*The IP offices that have not commenced PPH with the JPO as of January 2026 / *2026年1月現在、日本国特許庁との間ではPPH未実施の庁

Figure 2-2-4 Number of Worldwide Patent Prosecution Highway (PPH) Applications
世界の特許審査ハイウェイ (PPH) 申請件数



Note: ・ The number of applications for each year is a tally as of March 3, 2026.

備考: ・ 各年の申請件数は、2026年3月3日時点の集計値。

(ii) Patent Prosecution Highway Plus (PPH Plus)

PPH Plus is a framework that enables examination results from the JPO to be utilized toward the accelerated acquisition of rights within a prescribed time period for an application of the same invention that has already been granted a patent in Japan. The JPO is currently implementing this framework only with the Brunei Intellectual Property Office (BrulPO).

While the ordinary PPH is a framework for mutually sharing examination results among IP offices, PPH Plus is not bi-directional. Rather, it allows applicants who have requested PPH Plus to acquire rights in an accelerated manner in Brunei by using the JPO examination results. Requests for PPH Plus cannot be filed with the JPO based on BrulPO examination results.

(iii) Cooperation for Facilitating Patent Grant (CPG)

CPG is a framework based on agreements between the JPO and other foreign IP offices. It enables the accelerated granting of patents for corresponding applications that have already been patented by the JPO. The JPO is currently implementing this framework with the Ministry of Industry, Science, Technology and Innovation of Cambodia, as well as the Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology of Lao PDR.

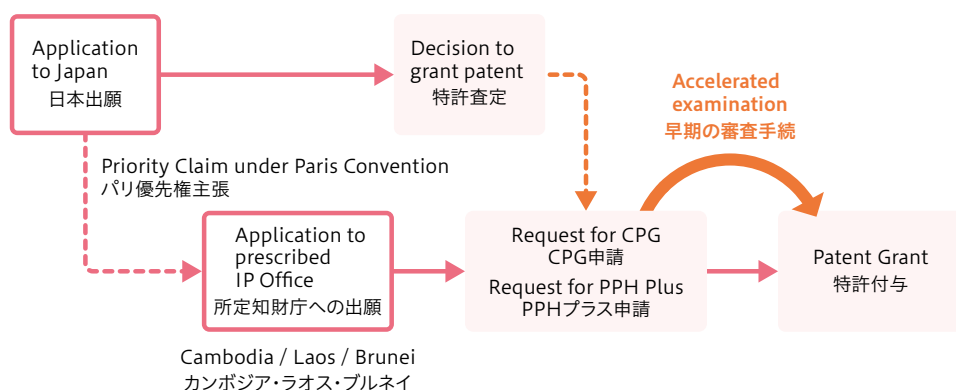
(ii) 特許審査ハイウェイ・プラス (PPHプラス)

PPHプラスとは、日本国特許庁で特許付与された出願と同一内容の対象国での特許出願について、日本国特許庁の審査結果を活用することで、所定の手続期間内に早期の権利取得を可能とする枠組みである。日本国特許庁は本協力をブルネイ知的財産庁との間でのみ実施している。なお、通常のPPHは審査結果の共有方向が双方向であるが、PPHプラスは日本国特許庁の審査結果を活用してPPHプラス申請を行うことによりブルネイで迅速な権利付与が行われるものであり、ブルネイの審査結果を踏まえて日本国特許庁にPPHプラス申請を行うことはできない。

(iii) 特許の付与円滑化に関する協力 (CPG)

CPGとは、日本国特許庁で特許付与された出願と同一内容の対象国での特許出願について、実質的に無審査で早期に特許が付与される枠組みである。日本国特許庁は本枠組みを、カンボジア工業科学技術革新省とラオス知的財産局との間で実施している。

Figure 2-2-5 Outline of PPH Plus and CPG / PPH プラスと CPG の概要



(iv) International Cooperation on Patent Examination Practices [Figure 2-2-6]

The International Cooperation on Patent Examination Practices is an initiative through which JPO examiners hold direct discussions (examiner exchange) with and provide training to examiners of foreign IP offices on examination practices. The program aims to promote mutual understanding, foster trust, and improve harmonization of examination practices with foreign IP offices, and ultimately support Japanese companies in their smooth and predictable acquisition of patent rights overseas.

- Cumulatively, from April 2000 to December 2025, the JPO has executed the International Cooperation on Patent Examination Practices, either on a short term or mid-to-long term basis, with 36 IP offices and organizations.
- In 2025, a total of 10 examiners from the JPO took part in the examiner exchanges held by dispatching examiners to the Taiwan Intellectual Property Office (TIPO), the CNIPA, and the German Patent and Trade Mark Office (DPMA). A total of 26 examiners from the JPO also took part in the examiner exchanges held by receiving a total of 14 examiners from the CNIPA, the National Institute of Industrial Property of France (INPI), and the Spanish Patent and Trademark Office (OEPM). In addition, a simplified examiner exchange was held online with the MOIP.
- In 2025, a total of 18 international training instructors and others^{*19} provided in-person training for a total of approx. 390 examiners in emerging countries.

(iv) 国際審査協力 [2-2-6図]

国際審査協力とは、海外特許庁の審査官に対して審査実務に関する直接の議論（審査官協議）や研修提供を行う取組であり、海外特許庁との間で審査実務の相互理解、信頼醸成及び調和を推進し、我が国企業の海外における円滑かつ予見性の高い特許権取得を支援することを目的としている。

- 日本国特許庁は、2000年4月から2025年12月までの累積で、短期又は中長期の国際審査協力を、36の知財庁・組織と実施。
- 2025年は、台湾經濟部智慧財産局、中国国家知識産権局、ドイツ特許商標庁に審査官を派遣する形式で実施された審査官協議に、日本国特許庁より計10名の審査官が参画するとともに、中国国家知識産権局、フランス産業財産庁、スペイン特許商標庁より計14名の審査官を受け入れる形式で実施された審査官協議に、日本国特許庁より計26名の審査官が参画。また、韓国知識財産処と、オンラインによる簡易的な審査官協議を実施。
- 2025年は、国際研修指導教官など^{*19}延べ18名が新興国の審査官延べ約390名に対し、対面研修を提供。

*19 See Part 2, Chapter 2, 2.6 “International Training Instructors.”
第2部第2章第2節第6項「国際研修指導教官」参照。

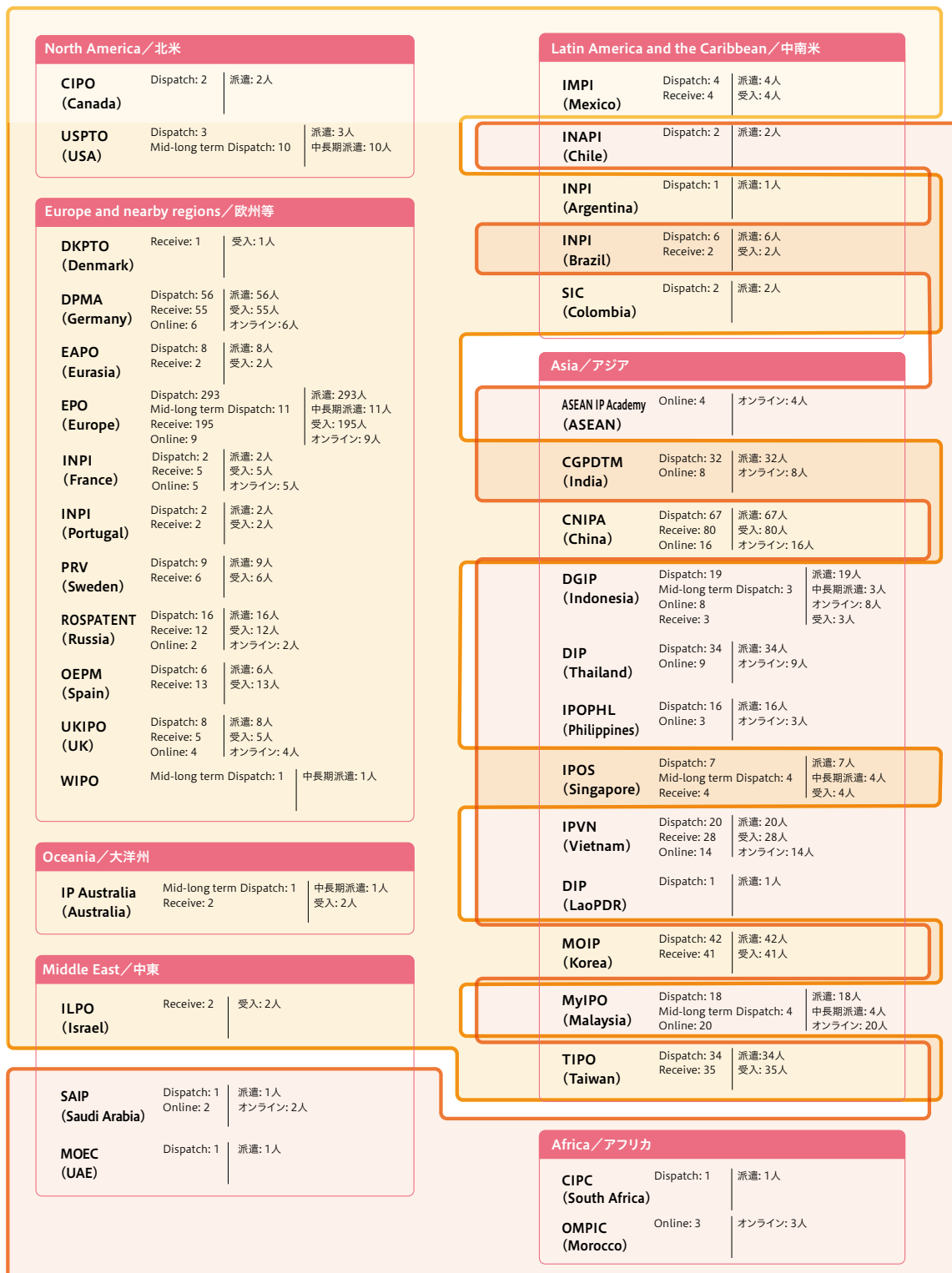
Chapter 2 第2章

Figure 2-2-6 Results of International Cooperation on Patent Examination Practices (Cumulative Total from April 2000 to December 2025) / 国際審査協力の実績 (2000年4月～2025年12月累積)

Results of International Cooperation on Patent Examination Practices (Total Number of Examiners from April 2000 to December 31, 2025)

*Excluding trainings for several countries, etc.

国際審査協力実績 (2000年4月から2025年12月末までの延べ人数) ※多数国に対する研修等は除く



Implemented with 36 IP offices and organizations to date
これまでに36の知財庁・組織と実施

Examiner exchange
審査官協議

Training by international training instructor
国際研修指導教官による研修

2 International Cooperation in the Field of Trials and Appeals

The JPO seeks to deepen mutual understanding of trials and appeals, such as by exchanging views with IP offices in other countries and regions, and increase the transparency of international dispute settlement systems.

- The IP5 Trial and Appeal Boards High-Level Meeting was held. The offices exchanged views on their recent developments and created a user guide of the IP5's trial and appeal systems (September 2025, China).
- The 12th JPO-CNIPA-MOIP Trial and Appeal Experts Meeting was held, where experts discussed their trial for invalidation systems, etc. and held a user forum (November 2025, Korea).
- The 13th JPO-MOIP Trial and Appeal Experts Meeting was held, where experts exchanged opinions by referring to patent and trademark precedents, etc. (November 2025, Korea).

The IP5 Trial and Appeal Boards High-Level Meeting (from left to right, MOIP [President Seo of the Intellectual Property Trial and Appeal Board], JPO [Director-General Nonaka of the Trial and Appeal Department], CNIPA [Director-General Gao of the Reexamination and Invalidation Department], EPO [Chair Gryczka of a Technical Board, Boards of Appeal])

五庁審判部ハイレベル会合（左から、韓国知識財産処（ソ特許審判院長）、日本国特許庁（野仲審判部長）、中国国家知識産権局（ガオ復審・無効審理部長）、欧州特許庁（グリチカ審判部部門長））

2 審判分野の国際協力

日本国特許庁は、各国・地域の知的財産庁との意見交換などを通じて審判分野における相互理解を深めることで、国際的な紛争処理システムの透明性向上に努めている。

- 五庁審判部ハイレベル会合を開催し、各庁の最新動向について意見交換を実施し、五庁における審判制度を紹介するユーザーガイドを作成（2025年9月、中国）。
- 第12回日中韓審判専門家会合を開催し、各庁における無効審判制度などについて議論するとともに、ユーザーフォーラムを実施（2025年11月、韓国）。
- 第13回日韓審判専門家会合を開催し、特許及び商標分野において、判例などを用いた意見交換を実施（2025年11月、韓国）。



3 Cooperation in the Area of IP Judicial Systems

(i) Judicial Symposium on Intellectual Property 2025*20 (October 2025, Japan [online])

This symposium has been held every year since 2017, primarily to deepen inter-country understanding of IP judicial systems and provide information to users. Experts are invited from Europe, the U.S., and Asian countries. Through presentations and panel discussions related to IP litigation and trial/appeal practices in each country, the symposium provides users with information on their respective IP judicial systems.

The following is an overview of the symposium in 2025.

- The symposium was co-hosted by the JPO, the Supreme Court of Japan, the Intellectual Property High Court, the Ministry of Justice, the Japan Federation of Bar Associations, and the Intellectual Property Lawyers Network.
- In the Plenary Session marking the 20th anniversary of the Intellectual Property High Court, Director-General Nonaka Matsuo of the Trial and Appeal Department delivered a presentation on “Twenty Years of IP Administration” and also participated in the panel discussion on “International Trends in IP Fields and the Role of Specialized IP Courts”.
- In the JPO part, Executive Chief Administrative Judge Morifuji Atsushi and chief administrative judges from the USPTO Patent Trial and Appeal Board, the EPO Boards of Appeal, the CNIPA Reexamination and Invalidation Department, and the MOIP Intellectual Property Trial and Appeal Board, as well as a patent attorney, held a panel discussion on “trial for invalidation”, “opposition”, and “corrections”.
- Videos of the symposium are archived on YouTube (Administrative Affairs Bureau, Supreme Court).*21

3 知財司法分野の連携

(i) 国際知財司法シンポジウム2025*20 (2025年10月、日本 (オンライン))

知財司法分野における各国間の相互理解を深めることや、ユーザーへ情報提供することなどを目的として、2017年より毎年開催している。欧米やアジア各国より専門家を招き、各国における知的財産権関係の訴訟や審判業務についての講演やパネルディスカッションなどを通じて、各国における知財司法情報をユーザーに提供している。

2025年の実施概要は以下のとおり。

- 日本国特許庁、最高裁判所、知的財産高等裁判所、法務省、日本弁護士連合会及び弁護士知財ネットの共催で開催。
- 知的財産高等裁判所設立20周年を記念して行われた主催者合同企画では、野仲審判部長が「知財行政の20年の歩み」をテーマとして講演し、「知財分野の国際的動向、知財分野の専門裁判所が果たす役割」をテーマとしたパネルディスカッションに登壇。
- 特許庁パートでは、森藤首席審判長と、米国特許商標庁特許審判部、欧州特許庁審判部、中国国家知識産権局復審・無効審理部及び韓国知識財産処特許審判院の審判長等が「無効審判」、「異議申立」及び「訂正」をテーマとしてパネルディスカッションを実施。
- シンポジウムのアーカイブ動画はYouTube(最高裁行政局)で公開*21。



Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2025

国際知財司法シンポジウム 2025

*20



English

https://www.jpo.go.jp/e/system/trial_appeal/chizaishihou-2025.html



日本語

<https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/chizaishihou-2025.html>

*21



https://www.youtube.com/channel/UC8e_LoV04a5G254ry87EaoQ

4 WIPO Standards-related Initiatives

WIPO Standards are established to harmonize and standardize the data formats, structures, and other related aspects of IP held by each country, and the Committee on WIPO Standards (CWS) has been installed to develop and revise these standards. In the IP Data Exchange Task Force established in the CWS, Japan, along with Saudi Arabia and the International Bureau, lead discussions on recommendations on IP data exchange. At the 13th session of the CWS (November 2025, Switzerland), the JPO worked to build consensus on the formulation of a draft standard on IP data exchange. To promote cross-border technology transfer and contribute to innovation creation by providing patent official gazettes and other IP data to users, the Task Force aims to establish an international standard on the provision of IP data by IP offices. This includes ensuring user convenience, publishing machine translatable full-text data, and providing data without usage restrictions to other IP offices, with a view to raising the level of IP data provided by IP offices in WIPO member states. As a co-leader, the JPO will continue to lead the Task Force discussions.

4 WIPO 標準に関する取組

WIPO標準は、各国が保有する知財のデータ形式や構造等を共通・標準化するために制定される標準であり、その制定・改定のためWIPO標準委員会が設置されている。日本は、同委員会に設立された知財データ交換タスクフォースにおいて、サウジアラビア及び国際事務局とともに、知財データ交換に関する提案について議論をリードしている。第13回WIPO標準委員会（2025年11月、スイス）では、ユーザーへの特許公報などの知財データの提供により国境を越えた技術移転の促進やイノベーション創出に貢献するため、知財庁による知財データの提供について、ユーザーの利便性の確保、機械翻訳が可能な全文テキストデータの公開、他庁への利用制限なしという提供水準を国際標準とし、WIPO加盟国における知財庁の知財データ提供内容の底上げを目指すべく、知財データ交換の標準案の策定に向けた合意形成に努めた。日本国特許庁は、引き続き、共同リード庁として今後のタスクフォースでの議論をリードしていく。

5 Collaboration with WIPO GREEN ^{*22}

WIPO GREEN is a platform launched in 2013 for promoting the development and dissemination of environmental technologies. Through its online database and regional activities, WIPO GREEN connects green tech seekers and providers.

The JPO joined WIPO GREEN as a partner in February 2020. The JPO promotes the diffusion of green technologies through events and exchanges of views. In October 2025, at the International Forums on the Promotion of Intellectual Property Utilization for the SDGs ^{*23} held at Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan, the JPO held the WIPO GREEN Roundtable and a launch event for the Green Technology Book EXPO Special Edition. In addition, the JPO supports WIPO GREEN Acceleration Projects ^{*24} that facilitate technology matchmaking through WIPO GREEN. From its Funds-in-Trust Japan Industrial Property Global ^{*25} contributions, Japan funds projects in Latin America (Argentina, Brazil, Chile, and Peru) and India. In 2025, the JPO expanded the program and supported new Acceleration Projects in Columbia, Ecuador, Senegal, the Philippines, and Pacific Small Island Developing States. As of November 2025, Japan ranked first in the world in the number of WIPO GREEN partners and second in the number of technologies registered in the WIPO GREEN database.

The JPO will continue to cooperate with WIPO, the WIPO Japan Office, the Japan Ambassador of WIPO GREEN, and others to facilitate the spread of green technologies. ^{*26}

5 WIPO GREEN ^{*22} との協力

WIPO GREENは、環境技術の開発と普及を後押しすることを目的として2013年に立ち上げられたプラットフォームであり、オンラインデータベースや地域の活動を通じ、環境技術の希望者と提供者をつなぐものである。

日本国特許庁は、2020年2月からWIPO GREEN にパートナーとして参加。2025年10月には、大阪・関西万博で開催した「SDGsに向けた知財活用の促進等に関する国際フォーラム」^{*23}において、WIPO GREENラウンドテーブルやグリーンテクノロジーブック万博特別版のローンチイベントを実施するなど、イベントや意見交換を通じて普及活動を進めている。また、WIPO GREENを通じた環境技術マッチング促進のためのWIPO GREENアクセラレーションプロジェクト^{*24}について、日本が拠出しているFunds-in-Trust Japan Industrial Property Global ^{*25}を通じ、ラテンアメリカ（アルゼンチン、ブラジル、チリ及びペルー）及びインドにおけるプロジェクトを支援。2025年は、取組を拡充し、新たに、コロンビア及びエクアドル、セネガル、フィリピン、太平洋小島嶼開発途上国でのアクセラレーションプロジェクトの支援を実施。2025年11月時点において、我が国のWIPO GREENパートナーの数は世界1位、WIPO GREENデータベースへの登録技術数は世界2位となっている。

今後もWIPO本部やWIPO日本事務所、WIPO GREEN日本アンバサダーなどと協力し、環境技術の普及活動を継続していく^{*26}。

*22



English

<https://www3.wipo.int/wipogreen/en/>

*23

See Part 2, Chapter 2, 1.1 (i) “EXPO 2025 International Forums on the Promotion of Intellectual Property Utilization for the SDGs (October 2025, Osaka)”.

第2部第2章第1節第1項（i）「SDGsに向けた知財活用の促進等に関する国際フォーラム（2025年10月、大阪）」参照

*24



English

<https://www3.wipo.int/wipogreen/en/projects/>

*25



English

https://www.wipo.int/cooperation/en/funds_in_trust/japan_fitip_global/index.html



日本語

https://www.wipo.int/cooperation/ja/funds_in_trust/japan_fitip_global/index.html

*26

Collaboration with WIPO GREEN
WIPO GREEN との協力：Collaboration with WIPO GREEN



English

<https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/green.html>



日本語

<https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/green.html>

6 Anti-Counterfeiting Measures [Figure 2-2-7]

The JPO is implementing the following measures against counterfeit goods:

- To strengthen crackdown on counterfeit goods and raise public awareness about anti-counterfeit measures globally, the JPO exchanges information with related ministries and agencies, companies, and various other organizations, holds consultations with foreign governments, attends meetings of international organizations relating to anti-counterfeit measures, conducts seminars and studies inside and outside Japan through public-private partnership, including the International Intellectual Property Protection Forum (IIPPF),^{*27} and operates the General Contact Point for Matters on Counterfeit and Pirated Goods.^{*28}
- The 11th meeting of the Japan-China Joint Intellectual Property Working Group was held in January 2025.^{*29} Co-chaired by Director-General Takizawa Go of the Policy Planning and Coordination Department and Deputy Director-General Li Ming of China's Department of Treaty and Law, Ministry of Commerce, the Working Group exchanged views on issues concerning IP protection, including the circulation of counterfeit and pirated goods on the Internet. Additionally, "the industry roundtable" was held.
- The JPO implemented the "Anti-Counterfeiting Campaign" to raise consumer awareness. Following on from FY2024, the JPO used social media to raise awareness of the dangers of buying counterfeit goods through Kawanzo-chan, the campaign mascot.

6 模倣品対策に関する取組 [2-2-7 図]

模倣品への対策として以下の取組を実施している。

- 国内外での模倣品取締り強化及び模倣品対策の普及啓発のため、関係省庁、企業、各種団体との情報交換、外国政府との協議、国際機関における各種模倣品対策に関連する会合への参加、及び国際知的財産保護フォーラム (IIPPF^{*27}) をはじめとする官民連携による国内外でのセミナーや調査研究などを実施するほか、政府模倣品・海賊版対策総合窓口^{*28}を運営。
- 2025年1月に第11回日中知的財産権ワーキング・グループを開催^{*29}。滝澤総務部長と中国商務部条約法律司李副司長が共同議長を務め、インターネット上の模倣品・海賊版流通などの知的財産保護に関する問題について意見交換を実施。あわせて「産業界との対話」を開催。
- 消費者啓発のため「コピー商品撲滅キャンペーン」を実施。2024年度に引き続き、イメージキャラクター「カワンゾちゃん」を通じ、コピー商品を買うことの危険性についてSNSで発信。

*27



English
<https://www.jetro.go.jp/en/jetro/activities/business/iippf.html>



日本語
<https://www.jetro.go.jp/theme/ip/iippf/>

*28



日本語
<https://www.jpo.go.jp/support/ipr/index.html>

*29



日本語
<https://www.jpo.go.jp/news/ugoki/202502/2025021201.html>

Figure 2-2-7 The Anti-Counterfeiting Campaign Pictorial / コピー商品撲滅キャンペーンイメージ



7 Development of Global Dossier [Figure 2-2-8]

The “Global Dossier” is a concept aiming to share dossier information (information related to patent application procedures and examinations) and to realize new common IT-driven services among IP offices. Under the concept, the IP5 Offices are providing users with a global dossier information sharing service realized by the connection between the “One Portal Dossier (OPD)”, a system developed by the IP5, enabling users to collectively access the IP5’s dossier information, and “WIPO-CASE”^{*30}, a dossier information sharing system developed by WIPO. In addition, the IP5 Offices have striven to improve services, such as enhancing the information accessible through the OPD. Furthermore, the IP5 Offices established the Global Dossier Task Force with industries, and are promoting various initiatives aimed at improving user convenience, while also taking the demands from industry into account.

The JPO separately exchanges dossier information with the Taiwan Intellectual Property Office (TIPO) based on the “Memorandum for the Mutual Cooperation in the Field of Dossier Information Exchange” concluded between the Japan-Taiwan Exchange Association and the Taiwan-Japan Relations Association.

- As of November 2025, in addition to the IP5 Offices, 35 countries and organizations have joined WIPO-CASE.

7 グローバル・ドシエの発展 [2-2-8 図]

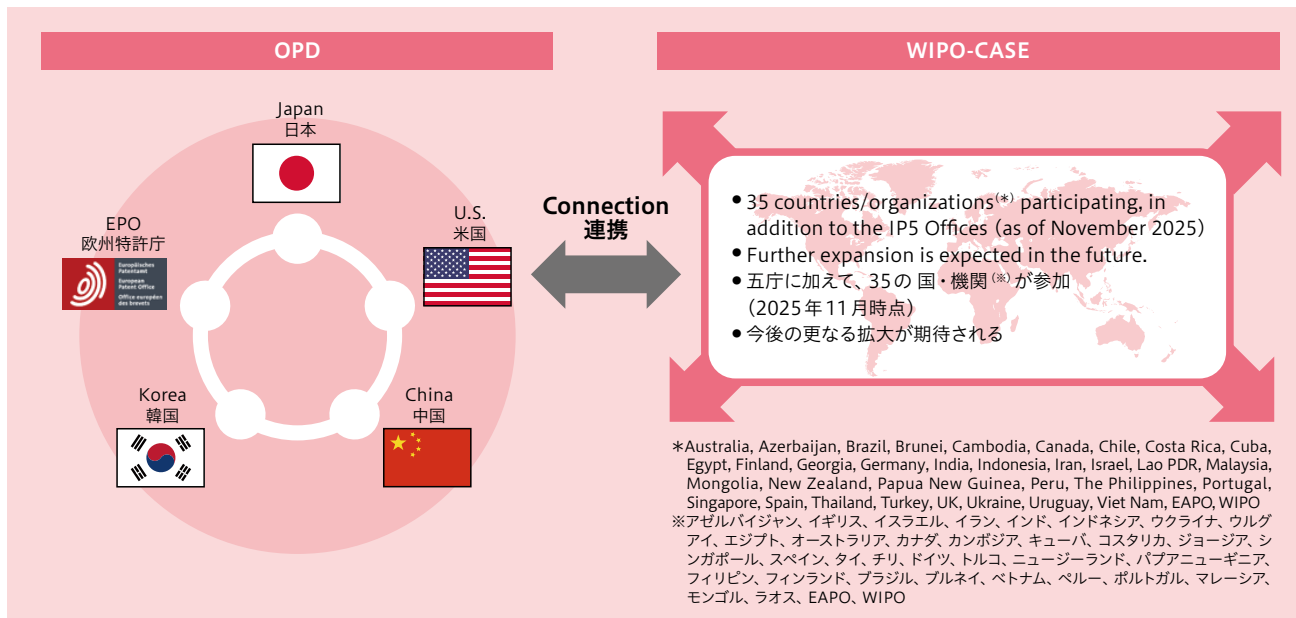
「グローバル・ドシエ」構想とは、各国の特許出願の手続や審査に関連する情報（ドシエ情報）の共有や、ITを活用した新たな共通サービスの実現を目指す構想である。「グローバル・ドシエ」構想の下、五庁は、五庁が開発したドシエ情報を一括して参照可能なシステム「ワン・ポータル・ドシエ (OPD)」と、WIPOが開発したドシエ情報共有システム「WIPO-CASE^{*30}」とを接続し、グローバルなドシエ情報の共有システムとしてユーザーに提供している。また、五庁は、OPDで参照可能な情報の充実化など、更なるサービスの拡充に努めている。さらに、五庁は、産業界と協同してグローバル・ドシエ・タスクフォースを構成し、産業界からの要請も踏まえ、ユーザーの利便性向上を目指して様々な取組を推進している。

また、日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との間で締結された、「特許の出願・審査情報の交換に関する取決め」に基づき、台湾智慧財産局とのドシエ情報交換も別途実施している。

- 2025年11月時点で、五庁に加えて35の国・機関がWIPO-CASEに参加。

*30 World Intellectual Property Organization - Centralized Access to Search and Examination

Figure 2-2-8 Global Dossier Information Sharing System / グローバルなドシエ情報の共有システム



8 G7 Heads of IP Office Conversation

The G7 Heads of IP Office Conversation was held on December 12, 2025. The meeting brought together officials who head the IP offices in G7 member states. Discussion took place on modernizing IP offices for the modern digital economy and on empowering businesses to leverage IP for economic growth.

Commissioner Kasai attended from the JPO. Regarding modernizing IP offices for the digital economy, Commissioner Kasai briefed the G7 IP offices on the AI initiatives being undertaken by the JPO. He also highlighted the JPO's efforts to empower businesses to leverage IP for economic growth, including PPH and support for startups. He emphasized the importance of having an IP system that enables companies to create value through economic activities, as well as the significance of encouraging companies to utilize IP.

8 G7 知財庁長官級会談

2025年12月12日、G7参加国の知的財産庁（G7知財庁）の長官級が一堂に会する、G7知財庁長官級会談（G7 Heads of IP Office Conversation）が開催。G7知財庁の長官級が参加し、現代のデジタル経済に向けた知財庁の現代化、経済成長のための企業への知財活用支援をテーマに議論。

日本国特許庁からは河西長官が出席し、G7知財庁に対して、デジタル経済に向けた知財庁の現代化について、日本国特許庁のAIに関する取組を紹介。また、経済成長のための知的財産活用支援について、特許審査ハイウェイ（PPH）とスタートアップ支援の取組について紹介し、経済活動を通じて企業が価値を創造できるような知的財産制度であること、知的財産を企業に活用してもらうことの重要性を強調。

Support Measures, Law Amendments, etc. 支援施策、法改正等

1 Support Measures / 支援施策

The JPO has implemented various measures to support the IP activities of companies, universities, communities, and other users from diverse aspects, such as provision of information, consultation services, and support related to fees.

1 Support for the Promotion and Implementation of IP Management

To enhance their ability to create innovation and earn profits, enterprises need to implement management practices that make strategic and maximum use of IP and other intangible assets (“IP management”). This requires using “IP landscapes” to develop management and business strategies based on IP information analysis, and then formulating and executing IP strategies which are integrated with such strategies, including open-and close strategies and mixed IP strategies, with the aim of increasing competitiveness.

(i) Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan

- The JPO exhibited at the Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan in October 2025. It held an exhibit titled “The power of Intellectual Property builds tomorrow: Delivering your passion, making our world a better place” at the EXPO Exhibition Center WASSE and hosted the International Forums on the Promotion of Intellectual Property Utilization for the SDGs.*1
- At the exhibit at the EXPO Exhibition Center, exhibits and live demonstrations showcased how IP has been used to solve social challenges (e.g., I-OPEN Project and support provided by the Kansai Bureau of Economy, Trade and Industry and INPIT). Stage events also made IP more accessible for the public.*2 The exhibit highlighting IP attracted approximately 53,000 visitors and reached a large audience, including those with little acquaintance with IP.

特許庁では、企業、大学、地域などのユーザーによる知的財産活動を支援するため、情報提供、相談業務、料金面に関する支援など、多様な角度から各種施策を講じている。

1 知財経営の普及・実践支援

企業のイノベーション創出力・収益力を高めていくために、知財をはじめとした無形資産を戦略的かつ最大限に活用する経営（知財経営）を実践していくことが必要である。知財情報分析を踏まえて経営・事業戦略を立案する「IPランドスケープ」などを行ったうえで、当該経営・事業戦略と一体化された、オープン&クローズ戦略、知財ミックス戦略などの知財戦略を策定・実行し、競争力強化につなげていく必要がある。

(i) 大阪・関西万博

- 2025年10月に大阪・関西万博へと出展。「明日を変える知財のチカラ～想いを届ける、世界をよくする～」と題したEXPOメッセ「WASSE」への展示、及びSDGsに向けた知財活用の促進等に関する国際フォーラム*1を実施。
- EXPOメッセへの展示においては、知財を活用して社会課題を解決した好事例（I-OPENプロジェクト、近畿経済産業局、INPITの支援事例等）の展示・実演を行ったほか、知財を身近に感じられるようなステージイベントも開催*2。知財に縁遠い層を含む多くの方々に対し知財の魅力を発信し、延べ約5万3千名が来場。

*1 See Part 2, Chapter 2, 1.1 (i) “EXPO 2025 International Forums on the Promotion of Intellectual Property Utilization for the SDGs”.
第2部第2章第1節第1項(i)「SDGsに向けた知財活用の促進等に関する国際フォーラム」参照

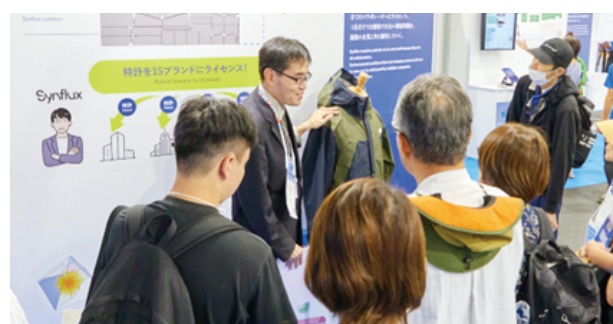
*2



日本語

<https://www.jpo.go.jp/news/expo2025/index.html>

Figure 2-3-1 Key visual for Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan / 大阪・関西万博キービジュアル



Guided tour by JPO staff
特許庁職員によるガイドツアー

(ii) I-OPEN^{*3} Project

- The I-OPEN Project, part of the JPO Design-Driven Management Project, is one in which the JPO itself reconsiders the value of IP from the user's perspective and studies the ideal future for IP systems and environment. The project supports I-OPENERs—individuals, startups, and others with a passion to shape the future, by leveraging IP that results from their creativity, combined with a desire to solve social challenges, such as poverty, gender inequality, environmental issues, and disaster risk reduction.
- The I-OPEN Forum held in March 2025 presented the outcomes of accompanying support provided by experts to six I-OPENERs who were selected in 2024. At the Forum, the I-OPENERs reported on

(ii) I-OPEN^{*3} プロジェクト

- 特許庁デザイン経営プロジェクトにおけるI-OPENプロジェクトは、特許庁自らが知的財産の価値を利用者視点で捉え直し、将来の知財制度や知財環境の在るべき姿を調査するプロジェクト。貧困、ジェンダー、環境問題、防災などの社会課題を解決したいという想いと創造力から生まれる知的財産を生かして、未来を切り開く情熱を有する個人、スタートアップなど（I-OPENER）を支援。
- 2025年3月、I-OPENフォーラムを開催し、2024年に選定されたI-OPENER6者への伴走支援に関する成果を発表。I-OPENフォーラムでは各I-OPENERが自身の取組を報告するとともに、伴走支援に関わった知財専門家や社会課題解決などの専門家（サポーター）からの助言を共有。また、有識者やサポーターの対話を通じ、社会課題解決に役立つ知財活用の可能性を議論。

*3 The word “patent” comes from Latin which means “open”. The term “I-OPEN” means paving the way for IP and innovation by oneself (I) and making eye-opening achievements.

Patentの語源はラテン語でOpenの意味がある。また、知的財産（Intellectual Property）とイノベーション（Innovation）を自分自身（I）が開いていき、人々の目から鱗が落ちる（Eye-Opening）という意味が込められている。

their respective initiatives and shared the advice they received from IP and social solution experts (Supporters) who participated in the accompanying support. In addition, knowledgeable persons and Supporters held dialogues and discussed the possibilities of leveraging useful IP for solving social challenges.

- In 2025, the JPO once again called for applications for I-OPENERs and Supporters and initiated accompanying support for five selected I-OPENERs.
- The JPO operated I-OPEN CAMPSITE, a community of I-OPENERs, Supporters, and knowledgeable persons, and supported study sessions and collaborations with self-sustaining projects. Furthermore, in November 2025, the I-OPEN Meetup held a workshop event for those interested in the activities of I-OPENERs and Supporters.
- At Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan, the JPO displayed panels of the I-OPEN Project's support cases and organized talk events by I-OPENERs, Supporters, and others. By showcasing how individuals, startups and others are pioneering the future by leveraging IP, the JPO presented to the world the ideal future for IP systems and environment.

- 2025年もI-OPENER及びサポーターを公募し、I-OPENER5者への伴走支援を開始。
- さらに、I-OPENER、サポーター及び有識者が参加するコミュニティ（I-OPEN CAMPSITE）を運営して、勉強会や自立的な事業の連携などを後押しするとともに、2025年11月にはI-OPENER又はサポーターとしての活動に興味のある者を対象としたワークショップイベント（I-OPENミートアップ）を開催。
- 大阪・関西万博で、I-OPENプロジェクトのこれまでの支援事例のパネル展示やI-OPENER及びサポーター等によるトークイベントを通じて、個人やスタートアップなどが知的財産を生かして未来を切り開く姿を来場者に対して示すことで、将来の知財制度や知財環境の在るべき姿を世界に発信。

2 Community and SME Support

- The JPO provides SMEs with easy-to-understand information on the overall support measures implemented by the JPO and the National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT), such as the Intellectual Property Comprehensive Help Desk, the seminar on IP rights systems, and reduction and exemption of patent fees, as well as information on IP strategy experts, the subsidy for filing foreign applications which subsidizes the costs required for foreign applications, and support measures for overseas expansion, such as fee reduction systems for charges related to PCT applications.*4
- The JPO and INPIT, targeting regional core companies that are supported by local governments, etc., work with relevant organizations to provide IP management support tailored to the situation of target companies, in accordance with the “Third Action Plan for Regional Intellectual Property Revitalization”*5 formulated in May 2023 (revised in March 2024).

2 地域・中小企業支援

- 特許庁では、特許庁又はINPITが実施している知財総合支援窓口、知的財産権制度説明会、特許料などの減免制度などの全般の支援策をはじめとして、知財戦略エキスパート、外国出願に要する費用を助成する外国出願補助金、PCT出願にかかる手数料の軽減制度などの海外展開支援策の情報を、中小企業向けに分かりやすく紹介*4。
- 特許庁及びINPITは、2023年5月に策定（2024年3月に改訂）した「第3次地域知財活性化行動計画*5」に基づき、自治体などが支援している地域の中核となる企業などをターゲットに、関係機関と連携し、それぞれのターゲットの状況に応じた知財経営の実践を支援。

*4



日本語

<https://www.jpo.go.jp/support/chusho/index.html>

*5



日本語

<https://www.jpo.go.jp/support/chusho/koudoukeikaku.html>

(i) Initiatives of the IP Business Management Support Network

- Inappropriate IP transactions between businesses have become a growing concern in recent years. To strengthen the support system for dealing with such transactions, the IP business management Support Network, comprised of the JPO, INPIT, the Japan Patent Attorneys Association (JPAA), and the Japan Chamber of Commerce and Industry, expanded in December 2024 with the addition of the Small and Medium Enterprise Agency.*6 Through the expanded network, member entities gain a broader understanding of the actual conditions of inappropriate IP transactions; enhance the IP management literacy of SMEs, micro businesses, and support organizations; and ensure efficient IP support in response to management inquiries from SMEs, etc.

(ii) Projects to Create Model Areas for IP Management Support*7 [Figure 2-3-2]

- To create model areas for IP management support, municipalities that are motivated to use IP for the growth of regional enterprises and revitalization are designated as focus areas for IP support. In addition to dispatching business producers to these areas, producer teams are formed with the business producers playing a central role, leveraging support resources received from support organizations and others.
- In addition to Aomori Prefecture, Ishikawa Prefecture, and Kobe City to which support has been provided since FY2024, Aichi Prefecture, Yamaguchi Prefecture, and Kumamoto City were newly designated as focus areas for IP support in FY2025.
- Through mainly liaison meetings and the provision of accompanying support for regional SMEs and startups, regional IP business management support networks are formed and strengthened to create innovation through sustainable IP use.

(i) 知財経営支援ネットワークの取組

- 2024年12月に、近年問題視されている事業者間の知的財産に係る不適切な取引に対処するための支援体制を強化すべく、特許庁・INPIT・日本弁理士会・日本商工会議所による「知財経営支援ネットワーク」へ新たに中小企業庁が加わりネットワークを拡充*6。拡充された「知財経営支援ネットワーク」を通じて、より広く知財取引の実態を把握するとともに、中小企業・小規模事業者や支援機関の「知財経営リテラシー」の向上と、中小企業等が抱える経営相談等に対して知財の観点からも効率的に支援が行えるよう取り組んでいる。

(ii) 知財経営支援モデル地域創出事業*7 [2-3-2図]

- 知財経営支援のモデル地域を創出するため、知財を活用した地域の企業成長や地域活性化に意欲的な自治体を知財重点支援エリアとして指定し、当該地域に事業プロデューサーを派遣するとともに、支援機関等の支援リソースを活用しながら事業プロデューサーを中心としたプロデューサーチームを形成。
- 2024年度から引き続き支援している青森県、石川県、神戸市の3自治体に加え、2025年度は、愛知県、山口県、熊本市の3自治体を知財重点支援エリアに新たに指定。
- 本事業では、連携会議や地域の中小企業・スタートアップへの伴走支援等を通じ、地域知財経営支援ネットワークの形成・強化に取り組むことで、持続的な知財活用によるイノベーション創出を企図。

*6



日本語

<https://www.meti.go.jp/press/2024/12/20241204001/20241204001.html>

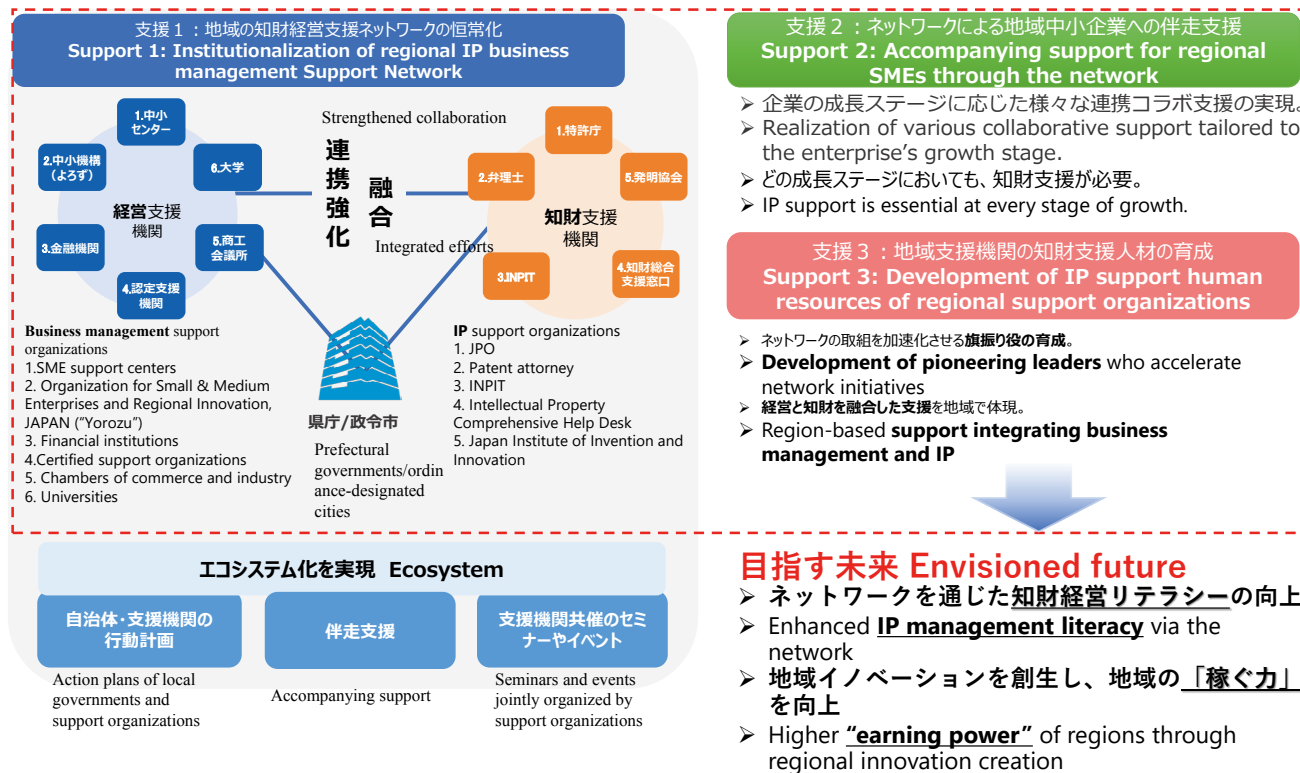
*7



日本語

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/boshu_model_area.html

Figure 2-3-2 Outline of Projects to Create Model Areas for IP Management Support / 知財経営支援モデル地域創出事業の概要



(iii) IP Finance Project*8 [Figure 2-3-3]

- This project prepares “IP Business Reports” to help SMEs develop management strategies that leverage IP and other intangible assets and to understand their own strengths. Financial institutions are encouraged to conduct IP-focused business feasibility assessments and to propose solutions tailored to customer needs.
- In FY2025, support is being provided for the preparation of the “IP Business Report” for 45 SMEs and related entities.
- Through co-creation between SMEs and financial institutions, this project aims to help SMEs achieve sustainable growth and increase their corporate value over the medium to long term.

(iii) 知財金融事業*8 [2-3-3図]

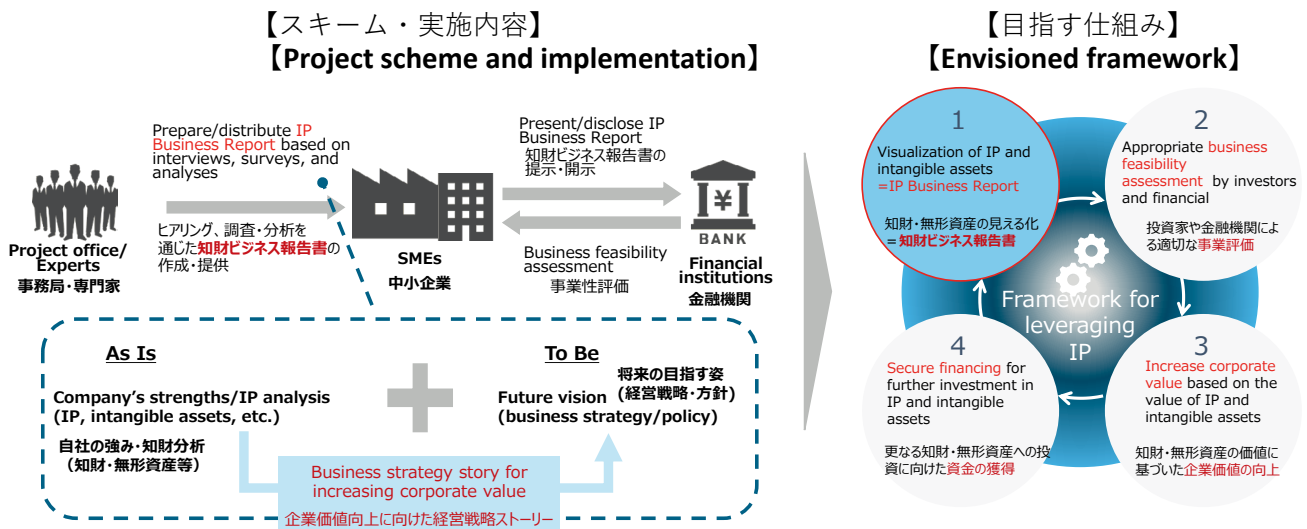
- 中小企業が知財・無形資産を活用した経営戦略を支援し、自社の強みを把握するツールとして「知財ビジネス報告書」を作成、金融機関による知財を切り口とした事業性評価や顧客ニーズに合わせたソリューション提案を後押し。
- 2025年度は、45社の中小企業等の「知財ビジネス報告書」を作成支援中。
- 中小企業と金融機関との協創により、中小企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指す。

*8



日本語
<https://chizai-kinyu.go.jp/>

Figure 2-3-3 Outline of IP Finance Project / 知財金融事業の概要



(iv) Advancement of Design-Driven Management and IP Activities by Communities and SMEs [Figure 2-3-4]

- To promote and raise awareness of design-driven management and IP among local SMEs, the JPO conducts case studies, develops support tools, and organizes workshops in collaboration with regional bureaus of economy, trade and industry, local governments, support organizations, etc.
- The JPO surveyed more than 90 SMEs that participated in design-driven management support programs in order to study the changes and outcomes brought about by design-driven management, as well as the relationship between design-driven management and IP. The findings were compiled in “Survey on the Effects and Needs for SMEs Design-Driven Management”^{*9}, published in April 2025.

(iv) 地域・中小企業におけるデザイン経営と知財活動の推進 [2-3-4図]

- 地域の中小企業に向けたデザイン経営と知財の普及啓発のため、各地の経済産業局や自治体・支援機関などと連携しながら、事例調査や支援ツール開発、ワークショップなどを実施。
- 2025年4月に、デザイン経営支援プログラムに参加した中小企業90社超を対象に、デザイン経営の実践がもたらす変化や成果、そしてデザイン経営と知的財産の関係性について調査し、その結果をまとめた報告書「中小企業におけるデザイン経営の効果・ニーズに関する調査」^{*9}を公表。

*9



日本語
https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei/kouka.html

Figure 2-3-4 Three Effects of Design-Driven Management / デザイン経営の3つの効果

05. デザイン経営の取組と効果の発現 Design-Driven Management Initiatives and Effects

本調査で確認された、デザイン経営の3つの効果

Survey Findings: Three Effects of Design-Driven

デザイン経営は、人格形成を軸に商品開発やブランディングなどを通じた価値創造・文化醸成を促すが、その効果は多岐にわたる。一方で、その効果の多様性がデザイン経営の理解を難しくしている。

Design-driven management promotes value creation and cultural cultivation through product development and branding anchored in the articulation of an organizational identity. The effects are wide-ranging, which makes design-driven management difficult to understand.

そこで本調査では、デザイン経営を継続する企業で共通して確認された3つの効果、

【自社らしさの明確化】、【人材の採用と定着化】、【新しい仕事の創出】に着目。

Therefore, the survey focused on three effects that were found across all enterprises that continue to practice design-driven management: articulation of the enterprise's identity, recruitment and retention of talent, and creation of new work opportunities.

どのような状況の中小企業が、どのようなアクションを取ることで効果を発現させたのかを可視化し、『デザイン経営の効果発現モデル』として提示する。

The survey visualizes what kinds of SMEs taking what kinds of actions were able to manifestation these effects, and presents the findings as a "design-driven management effect realization model".

■ 本調査で確認された、デザイン経営の3つの効果 Survey findings: Three effects of design-driven management



(v) Promoting Awareness of the Trademark System to SMEs through "My StoryMark"

- The JPO operates "My StoryMark",^{*10} a media platform that shares business owners' passionate intentions and stories behind their product and service names. In addition to publishing interview articles, naming workshops using the case studies on the platform are held in collaboration with external organizations.
- In 2025, 11 interview articles were published.

(v) 「わたしのStoryMark」による中小企業への商標制度の普及啓発

- 商品やサービスの名称に込められた経営者の熱い思いや、その名称にまつわるストーリーを紹介するメディア「わたしのStoryMark」^{*10}を運営。インタビュー記事を発信するとともに、外部機関と連携しながら、本メディアの掲載事例を活用したネーミングワークショップを開催。
- 2025年は11本のインタビュー記事を発信。

(vi) IP Promotion

- To plan and design effective promotional measures for IP systems targeting SMEs and related entities, surveys and reviews of existing initiatives are conducted, along with interview surveys of SME supporters.

(vi) 知財プロモーションの推進

- 中小企業等に向けた知財制度の効果的なプロモーション施策を企画立案するため、既存の取組の調査や振り返り、中小企業支援関係者へのヒアリング調査を実施。

*10



日本語

https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei/storymark/index.html

3 Startup Support

For startups aiming for rapid growth based on innovative technologies and ideas, IP strategies are essential to compete globally. The JPO is providing support from multiple perspectives in order to promote the IP activities of startups.

(i) Push-type Assistance Service for Startups for Patent Examination

- The JPO proactively conducts outreach to startups and their agents to encourage the use of patent examination systems aligned with their business strategies and to help ensure the timely and appropriate acquisition of rights.

(ii) Super-Accelerated Examination/Accelerated Examination Using Interviews for Startups (Patent)

- While the existing super-accelerated examination requires that applications be both “working-related applications” and “foreign-related applications”, that for patent applications of startups may be requested if they are “working-related applications”.
- For the patent applications of startups utilizing accelerated examinations,^{*11} the JPO implemented accelerated examinations using interviews with examiners, which will lead to the strategic acquisition of patent rights through interviews conducted prior to first action notification.
- In 2025, there were 63 requests for accelerated examinations using interviews for startups.
- In 2025, there were 834 requests for super-accelerated examinations for startups.

(iii) Accelerated Examination for Startups (Design)

- As of April 1, 2025, working-related applications for designs filed by startups have become eligible for accelerated examination and accelerated appeal proceedings. They could lead to the strategic acquisition of design rights through interviews conducted prior to first action notification.
- In 2025, there were 78 requests for accelerated examinations for startups.

3 スタートアップ支援

革新的な技術やアイデアをもとに急成長を目指すスタートアップが世界で戦うためには、知財戦略が不可欠である。スタートアップの知財活動を促進するため、多方面からの支援を実施している。

(i) 特許審査におけるスタートアップに対するプッシュ型支援

- 特許庁側から積極的にスタートアップやその代理人にアウトリーチし、事業戦略に即した特許審査制度の活用を促し、適時適切な権利の取得につながるよう支援。

(ii) スタートアップ対応 スーパー早期審査・面接活用早期審査（特許）

- 既存のスーパー早期審査は、「実施関連出願」かつ「外国関連出願」を対象とするが、スタートアップの特許出願については、「実施関連出願」であれば申請可能。
- 早期審査^{*11}を利用したスタートアップの特許出願において、一次審査通知前に行う面接を通じて戦略的な特許権の取得につながるスタートアップ対応の面接活用早期審査を実施。
- 2025年におけるスタートアップ対応の面接活用早期審査の申請実績は63件。
- 2025年におけるスタートアップ対応のスーパー早期審査の申請実績は834件。

(iii) スタートアップ向け早期審査（意匠）

- 2025年4月1日より、スタートアップによる意匠の実施関連出願が早期審査・早期審理の対象となった。一次審査通知前に行う面接を通じて戦略的な意匠権の取得につながることも可能。
- 2025年におけるスタートアップ向け早期審査の申請実績は78件。

*11 See Part 2, Chapter 1, 1.3 (i) “Accelerated Examination”.
第2部第1章第1節第3項(i)「早期審査」参照

(iv) Intellectual Property Acceleration Program for Startups (IPAS) *12 [Figure 2-3-5]

- Mainly aimed at seed and early-stage startups, INPIT dispatches IP strategy experts to provide support for startups' development of business models and IP strategies linked to the startups' business strategies.
- IP strategy experts are comprised of IP experts, such as patent attorneys with startup support experience, and business experts, such as venture capitalists.
- Applications are accepted throughout the year, with selection conducted twice a year.
- In FY2025, INPIT provided support to 22 startups.

(iv) スタートアップに向けた知財アクセラレーションプログラム (IPAS) *12 [2-3-5図]

- INPITでは、主に創業期（シード・アーリー）のスタートアップを対象として、知財戦略プロデューサー（ビジネスメンター・知財メンター）が、適切なビジネスモデルの構築とビジネス戦略に連動した知財戦略の構築を支援。
- 知財戦略プロデューサーのチームは、スタートアップ支援経験のある弁理士などの知財専門家と、ベンチャーキャピタリストなどのビジネス専門家で構成。
- 公募を毎年受け付け、採択タイミングは年2回。
- 2025年度は22社を支援。

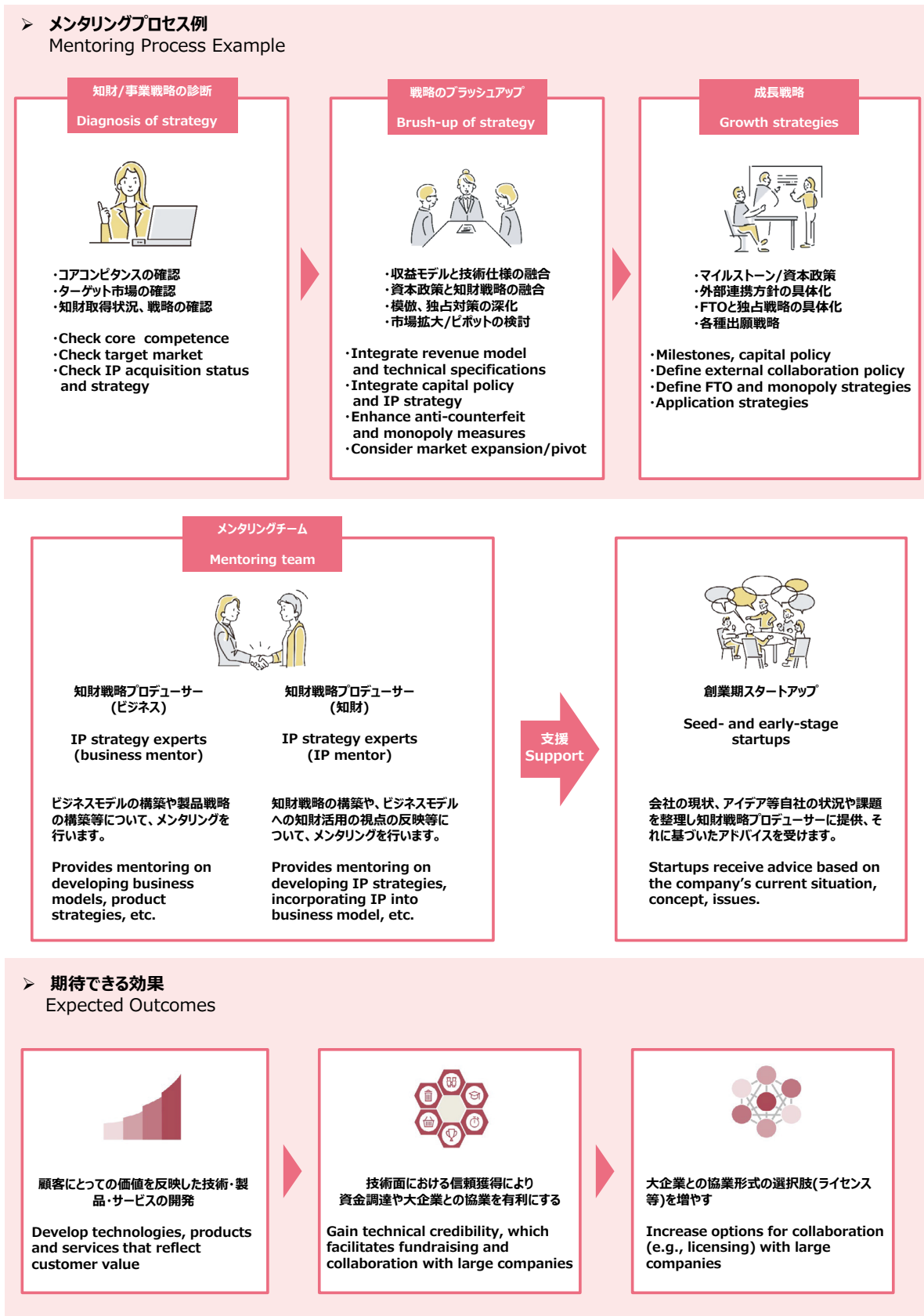
*12



日本語

<https://ibase.go.jp/support/startupxip/>

Figure 2-3-5 Outline of IPAS / スタートアップに向けた知財アクセラレーションプログラム (IPAS) の概要



(v) VC Collaborating on Intellectual Property Acceleration Program for Startups (VC-IPAS)^{*13}

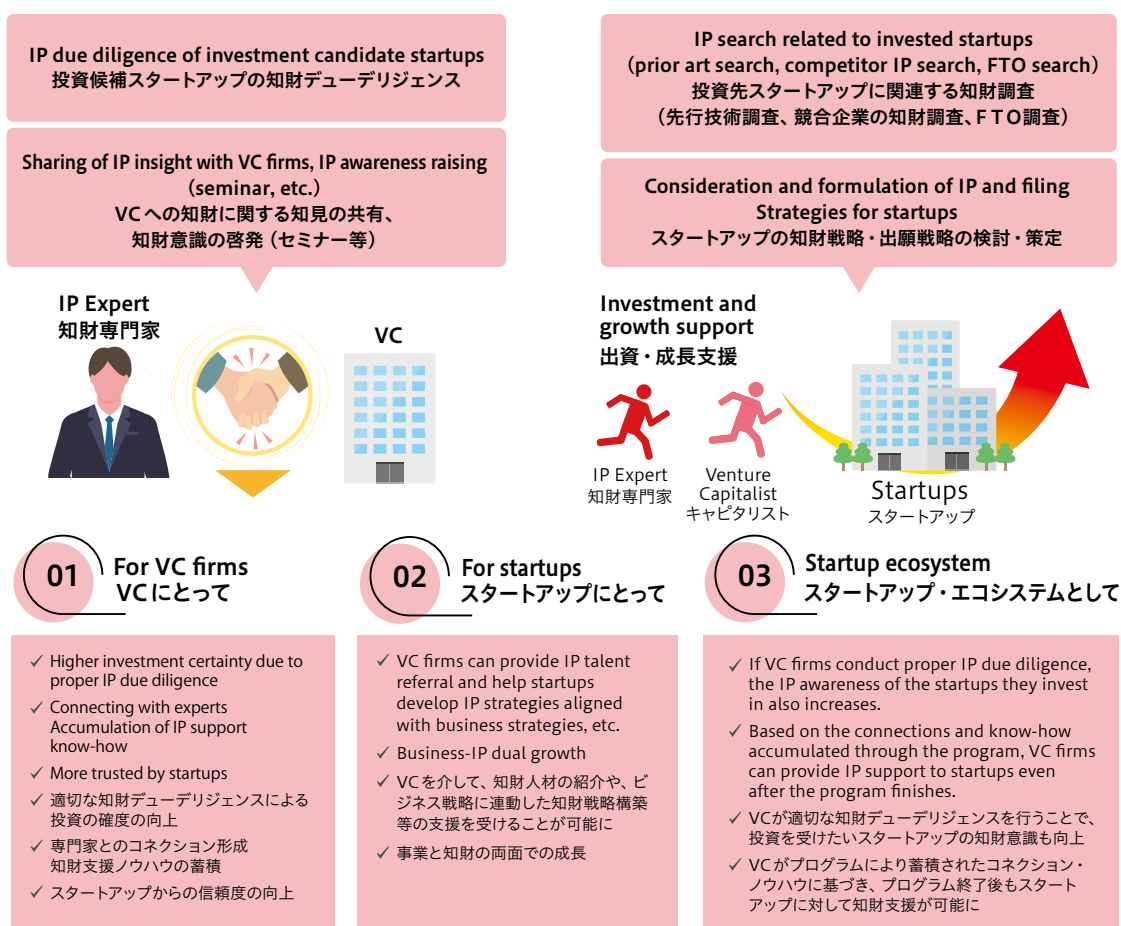
[Figure 2-3-6]

- The JPO dispatches IP experts, such as patent attorneys, to venture capital (VC) firms, accelerator firms, and other supporters, and through such supporters, assists the development of startup IP strategies, etc. In addition, through providing IP services, VC-IPAS helps supporters gain insights on handling IP in startup support activities and enhance their IP service management capabilities.
- In FY2025, the JPO dispatched IP experts to 21 VC firms and 4 accelerator firms.

(v) ベンチャーキャピタルへの知財専門家派遣プログラム (VC-IPAS)^{*13} [2-3-6図]

- ベンチャーキャピタル (VC) やアクセラレータ等の支援者へ弁理士などの知財専門家を派遣し、VC等の支援者を通じたスタートアップの知財戦略構築などを支援するとともに、知財業務の実施を通して、支援者のスタートアップ支援業務における知財の取り扱いに関する知見の獲得及び知財業務運用能力向上を支援。
- 2025年度は21社のVC、4社のアクセラレータに知財専門家を派遣。

Figure 2-3-6 Outline of VC-IPAS / ベンチャーキャピタルへの知財専門家派遣プログラムの概要



*13



日本語
<https://ipbase.go.jp/for-vc/>

(vi) Dissemination of Information

The JPO opened “IP BASE”,^{*14} an IP portal site for startups, in December 2018. Through the following initiatives, IP BASE shares basic knowledge of IP strategy and support measure information for startups, and promotes community building among startups, IP experts, and supporters, thereby improving the environment for IP use by startups.

- Provide a collection of IP strategy cases of Japanese and foreign startups, a collection of IPAS cases, and a guide for startup investors.
- Regularly hold IP seminars, study sessions, and networking events for startups.
- Manage the IP BASE YouTube channel,^{*15} which contains videos for IP beginners and videos for startups that are interested in utilizing IP.
- Disseminate information on “IP BASE” X (formerly Twitter)^{*16} and Facebook^{*17} accounts and by e-mail newsletter.^{*18}

(vii) Support of Fee for Startups

Startups can reduce the cost burden of examination request fees, patent fees,^{*19} and international filing fees^{*20} to one-third based on requests.

(vi) 情報発信

スタートアップ向け知財ポータルサイト「IP BASE」^{*14}を2018年12月に開設した。IP BASEでは、以下の事業を通して、スタートアップ向けの知財戦略に関する基礎知識・支援施策の情報発信や、スタートアップ・知財専門家・支援者間でのコミュニティ形成の促進を行い、スタートアップの知財活用環境整備を推進している。

- 国内外スタートアップ企業における知財戦略事例集やIPAS成果事例集、スタートアップ投資家向け手引書などを提供。
- スタートアップ向けの知財セミナーや勉強会、交流会イベントを定期的で開催。
- IP BASEのYouTubeチャンネル^{*15}を運営し、知財に関する初心者向けコンテンツや、知財の活用に関心があるスタートアップ向けコンテンツを配信。
- X(旧Twitter)^{*16}、Facebook^{*17}のIP BASEアカウントや、メールマガジン^{*18}でも随時情報を発信。

(vii) 料金の支援措置

スタートアップは、申請により審査請求料、特許料^{*19}及び国際出願に係る手数料^{*20}の料金負担が3分の1に軽減される。


*14  日本語
<https://ipbase.go.jp/>


*15  日本語
<https://www.youtube.com/c/IPBASE/videos>

*16  日本語
https://twitter.com/IP_BASE

*17  日本語
<https://www.facebook.com/IPBASE/>

*18  日本語
<https://ipbase.go.jp/members/>

*19  日本語
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/02_04.html

*20  日本語
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei/03.html

4 Support for Universities, etc.

- INPIT conducts IP programs for universities, colleges of technology, national research institutes, and other entities in Japan (“universities, etc.”) to help achieve the social implementation of R&D results.^{*21}
- Under the IP Acceleration program for Academic R&D projects (iAca), INPIT dispatches IP strategy experts who are experts in IP management to universities, etc. It provides seamless support from the early research stage discovery of seeds and the formulation of exit strategies to industry-academia collaboration activities aimed at commercializing outstanding seeds.
- Under the IP Acceleration program for National R&D projects (iNat), INPIT dispatches IP strategy experts to universities, etc. promoting R&D projects in which competitive public funding has been invested, and to funding agencies that invest competitive public funding in universities, etc. From the initial stage of the projects, IP support is provided for formulating strategies and conducting management that looks ahead to the social implementation of R&D results.

4 大学等向け支援

- INPITは、日本国内の大学、高等専門学校、国立試験研究機関等（以下、「大学等」という。）に向けて、知財の視点から研究開発成果の社会実装に向けた活動を支援する事業を展開^{*21}。
- 知財支援事業iAca(アイアカ)では、知的財産マネジメントの専門家である知財戦略プロデューサーを大学等に派遣し、研究ステージの初期段階におけるシーズ発掘と出口戦略の策定から、優れたシーズの事業化に向けた産学連携活動まで、シームレスな支援を実施。
- 知財支援事業iNat(アイナット)では、競争的な公的資金が投入された研究開発プロジェクトを推進する大学等、及びファンディングエージェンシーに知財戦略プロデューサーを派遣し、プロジェクトの初期段階より、知財の視点から研究開発成果の社会実装を見据えた戦略の策定及びマネジメントなどの支援を実施。

*21



日本語

<https://www.jpo.go.jp/support/daigaku/index.html>

5 For Promoting Open Innovation

(i) Model Contracts for Promoting Open Innovation

[Figure 2-3-7] [Figure 2-3-8]

Building on the “Fact-finding Survey on Business Practices of Start-ups”^{*22} released in November 2020, the Japan Fair Trade Commission (JFTC) and the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) formulated the “Guidelines on Business Partnership Contracts with Start-ups and Investments in Start-ups”.^{*23} Based on the guidelines, the JPO and METI then created “Model Contracts for Promoting Open Innovation between R&D-based Startups and Business Entities” as a concrete tool to facilitate contract negotiations. The model contracts by technical field consist of two types, “New Materials Edition” and “AI Edition”. They specify an “assumed scenario” for a specific contract negotiation, outline desirable contract and negotiation approaches for the assumed scenario, and present “new options” which are different from the conventional compromises for negotiations.

In addition to model contracts by technical field, the “University Edition” was created in 2022 for collaboration between universities and startups/business entities. In 2025, with the aim of making M&A a more realistic and accessible growth strategy for deep-tech startups, the model contracts were amended to revise clauses and explanatory notes that could hinder business entities’ M&A of startups and to add content to promote M&A. Pamphlets and videos explaining the model contracts, and etiquette books for promoting open innovation, have been posted on the JPO’s Open Innovation Portal Site.^{*24}

5 オープンイノベーションの促進


(i) オープンイノベーション促進のためのモデル契約書


[2-3-7図] [2-3-8図]

公正取引委員会と経済産業省は、2020年11月公表の「スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書^{*22}」の内容を踏まえ、「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」を策定^{*23}した。その後、特許庁と経済産業省は、本指針の考え方をベースにした具体的な契約交渉ツールとして、「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書（OIモデル契約書）」を作成した。このOIモデル契約書は、技術分野別に「新素材編」と「AI編」の2種類が作成され、具体的な契約交渉の「想定シーン」を設定し、その想定シーンにおける望ましい契約・交渉の考え方を整理し、従来の常識とされていた交渉の落とし所ではない「新たな選択肢」を提示するものである。

技術分野別のOIモデル契約書のほか、大学がスタートアップや事業会社と連携するケースに対応して2022年に「大学編」を作成した。また、2025年に、これらのOIモデル契約書に対し、ディープテック・スタートアップにとってのグロース戦略としてのM&Aがより現実的かつ選択しやすいものとなることを目指し、事業会社によるスタートアップのM&Aを阻害する可能性のある条項や解説を見直し、M&Aを促進する内容を追加する改訂を行った。これらのOIモデル契約書の解説パンフレット及び解説動画並びにオープンイノベーション促進のためのマナーブックについて、特許庁のオープンイノベーションポータルサイト^{*24}において公表。

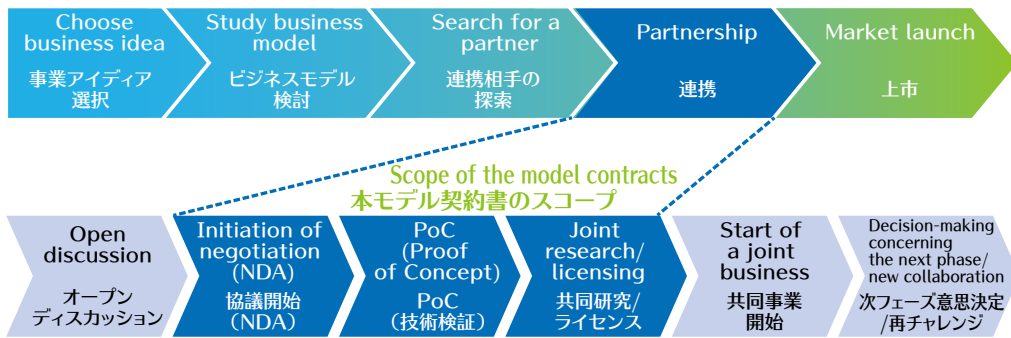
*22  日本語
<https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/nov/201127pressrelease.html>

*23  日本語
<https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/startup.html>

*24  日本語
<https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html>

Chapter 3 第3章

Figure 2-3-7 Scope of the Model Contracts in the Open Innovation Process
オープンイノベーションプロセスにおける OI モデル契約書のスコープ



Types of Model Contracts モデル契約書の種類

New Materials Edition
AI Edition
University Edition

New materials startup × business entity
AI development startup × business entity
University × new materials startup (academia technology transfer)
University × business entity (consortium)

新素材編 新素材スタートアップ×事業会社
AI編 AI開発スタートアップ×事業会社
大学編 大学×新素材スタートアップ (アカデミア技術移転)
大学×事業会社 (コンソーシアム型)

Figure 2-3-8 An Actual Model Contract and Its Features / OI モデル契約書の実物とその特徴

秘密保持契約書

(新) Specifies the assumed scenario
想定シーンを設定

Assumed Scenario
想定シーン

1. 大学系スタートアップ X 社は、樹脂に添加することで放熱性能を金属並みに引き上げることができる新素材 α の開発に成功した。新素材 α は、特殊な表面処理がなされており、表面処理を調整することで様々な樹脂への添加が可能であることから、多種多様な用途に活用できる技術である。実際、多様な業種の企業が新素材 α に関心を示している。

2. そうした中、自動車部品メーカー Y 社が X 社に声を掛け、自動車の部材に関する共同研究開発を両社で行うことを検討するにあたり新素材 α の技術情報 (非公開の物性値、表面処理に関する情報) を開示するよう求めた。

3. X 社は

① 非公開の技術情報として、当該技術を開発するにあたり X 社が独自に取得した技術情報 (非公開の物性値、表面処理に関する情報) を開示するよう求めた。

② 非公開の技術情報として、当該技術を開発するにあたり X 社が独自に取得した技術情報 (非公開の物性値、表面処理に関する情報) を開示するよう求めた。

③ 非公開の技術情報として、当該技術を開発するにあたり X 社が独自に取得した技術情報 (非公開の物性値、表面処理に関する情報) を開示するよう求めた。

4. X 社は

① 非公開の技術情報として、当該技術を開発するにあたり X 社が独自に取得した技術情報 (非公開の物性値、表面処理に関する情報) を開示するよう求めた。

② 非公開の技術情報として、当該技術を開発するにあたり X 社が独自に取得した技術情報 (非公開の物性値、表面処理に関する情報) を開示するよう求めた。

する物の発明など) は特許出願済みである。ただし、ヘッドライトカバー用などの特定の製品を対象とした用途特許の出願はしていない。

Article 10. Period
第 10 条 (期間)

第 10 条 本契約の有効期間は、本契約の締結日より 1 年間とする。ただし、本契約の終了後においても、本契約の有効期間中に開示された秘密情報については、本契約の終了日から 3 年間、本契約の規定 (本条本文を除く。) が有効に適用される。

<ポイント>

- 契約の有効期間を定めた一般的な条項である。

<Explanation>
<解説>

- 契約期間のみならず、契約期間終了後に、どの程度の期間秘密保持義務を負担するかについても注意が必要である。契約期間が 3 か月など短く設定されていても、残存条項により 10 年など契約終了後も長期間に亘って秘密保持義務を負うケースもある。
- 残存条項の期間は、厳しい交渉が行われる項目のひとつである。期間は 2~3 年とすることが多いが、ビジネスおよび開示される情報の性質 (特に、対象となる秘密情報が陳腐化する期間。) により調整が必要である。製品のコアとなる技術情報などは比較的長期の保護が必要となる。

第 12 条 (裁判管轄)

第 12 条 本契約に関する紛争については、● 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

[Modification Option Clause 2: Arbitration]
【変更オプション条項 2: 仲裁】

第 12 条 本契約に関する一切の紛争については、(仲裁機関名) の仲裁規則に従って、(都市名) において仲裁により最終的に解決されるものとする。

Gives an example of a clause
条項例を提示

Explains the clause
条項の解説付き

Also gives an example of a modified clause
条項の変更例も提示

Clauses need to be finetuned if the assumed scenario and the prerequisites do not match
> Model contracts are not a golden standard.
想定シーンと前提条件が合わない場合は、条項のチューニングが必要
> モデル契約書はゴールドスタンダードではない。

(ii) Etiquette Books for Promoting Open Innovation

- The JPO defines the ideal open innovation for companies, startups, and universities as “maximization of the total sum of social value through a virtuous cycle of social implementation of ideas and the creation of new ideas”. In April 2024, it published two books which introduce key “etiquette” to bear in mind in building favorable partnerships for successful open innovation: one for promoting open innovation in universities and startups, and another for universities and corporations.

6 GXTI

Nowadays, we are expected to shift economic, social, and industrial structures, which have depended upon fossil fuels since the Industrial Revolution, into structures driven by clean energy, and also to carry out a green transformation (GX) in the form of an overall transformation of economic and social systems.

In order to increase their corporate and social value, companies advance efforts to objectively disclose how the value they are providing (products and services) can contribute to GX. In addition, under the revised Japan’s Corporate Governance Code (June 2021), companies are required to disclose the impact of climate change-related risks and revenue-generating opportunities on their business activities and revenue, etc.

- The Green Transformation Technologies Inventory (GXTI)^{*25} is a technologies inventory which gives a bird’s-eye view of technologies related to GX published by the JPO in June 2022. Each item in the GXTI includes the patent search formulae (prepared based on the IPC as of January 2022) to search patent documents. [Figure 2-3-9] [Figure 2-3-10]
- The GXTI is intended to be used to disclose GX-related technology trends and the relationship between a company’s business activities and climate change issues based on objective data.
- In February 2025, a function that enables easy searches on J-PlatPat using the GXTI was released on the JPO’s website.

(ii) オープンイノベーション促進のためのマナーブック

- 事業会社・スタートアップ・大学がそれぞれ目指すべき理想のオープンイノベーションを『「知」の社会実装と新しい「知」の創出の好循環による社会価値の総和を最大化すること』と位置付け、オープンイノベーションを成功させるための良好なパートナーシップ構築において、意識すべきポイントを「マナー」として紹介した、大学とスタートアップのオープンイノベーション促進のためのマナーブック及び大学と事業会社のオープンイノベーション促進のためのマナーブックを2024年4月に公表。

6 GXTI

昨今、産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造を、クリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体の変革、すなわちGXを実行することが求められている。また、企業などにおいては、企業価値や社会的価値の向上を目的として、自社が提供する価値（製品、サービス）がGXにどのように貢献できるのかについて、客観的に示す取組も進められている。加えて、コーポレートガバナンス・コードの改訂（2021年6月）により、企業などにおいては、気候変動に係るリスク及び収益機会が、自社の事業活動や収益などに与える影響についての開示が求められている。

- 「GXTI（グリーン・トランスフォーメーション技術区分表；Green Transformation Technologies Inventory）^{*25}」は、グリーン・トランスフォーメーション（GX）に関する技術を俯瞰するために、2022年6月に特許庁が作成した技術区分表であり、各技術区分に含まれる特許文献を検索するための特許検索式（2022年1月時点のIPCに基づいて作成）と併せて公開。[2-3-9図] [2-3-10図]
- GXTIは、GXに関する技術動向や、企業の事業活動と気候変動問題との関係を客観的なデータに基づいて示す際に活用されることを想定したもの。
- 2025年2月に、GXTIを用いたJ-PlatPatでの検索を簡便に実施する機能を特許庁HPで公表。

*25



English

<https://www.jpo.go.jp/e/resources/statistics/gxti.html>



日本語

<https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/gxti.html>

Figure 2-3-9 Outline of GXTI / GXTI の概要

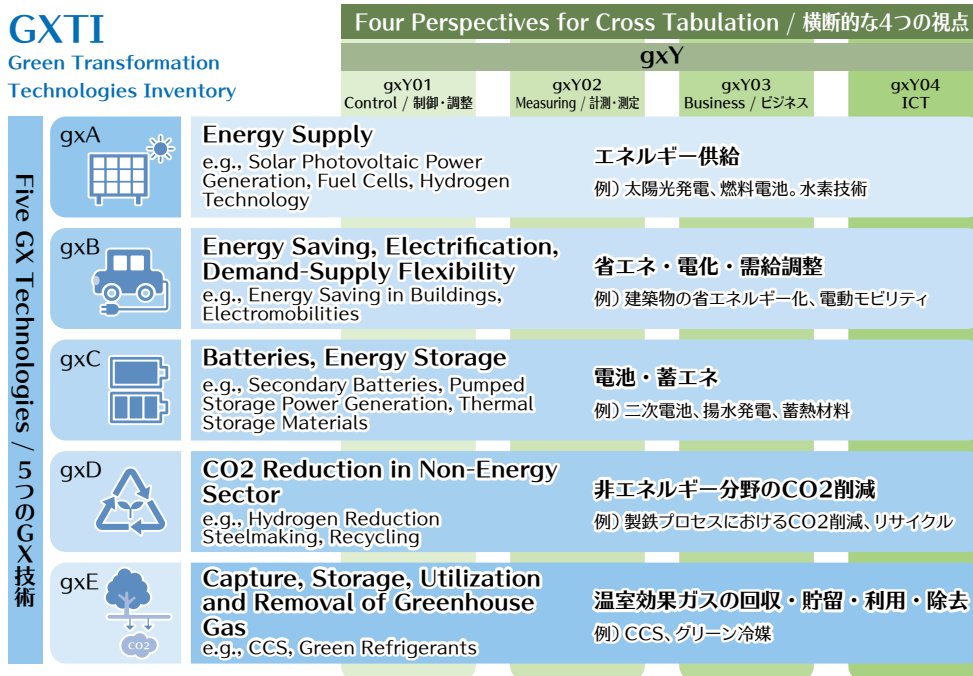
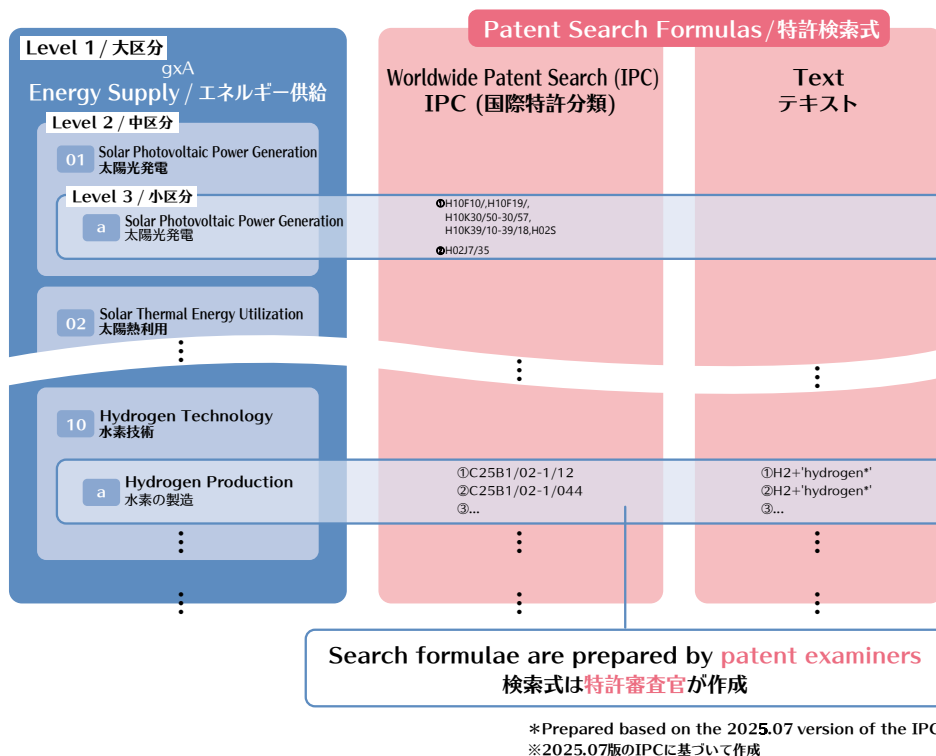


Figure 2-3-10 Hierarchical Structure of GXTI and Patent Search Formulae / GXTI の階層構造と特許検索式



7 Development of IP Human Resources

(i) Access to IP Teaching Materials

The JPO prepares IP teaching and reference materials for the development of IP human resources^{*26} and promotes the use of the materials, making them available on the JPO and INPIT websites and holding seminars that utilize them.

- As of December 2025, 16 types of teaching materials are provided on the JPO's website.
- As of December 2025, a variety of teaching materials for students, educators, and university researchers are provided on INPIT's website.
- In 2025 (January to December), INPIT, in collaboration with support organizations, the JPAA, and other organizations, held groupwork seminars “Learn from Real and Latest Cases! Strong Business Management and the Next Move: Intellectual Property Management Worth Knowing”, using the IP management teaching materials.^{*27} It was conducted 13 times (one of which was online).

In addition, INPIT and the JPAA conducted one seminar each in Tokyo and Okayama and one seminar online for promoting the use of IP management teaching materials and training seminar instructors.

(ii) IP Learning School Support Program for Developing IP Capabilities^{*28}

The JPO and INPIT support efforts to foster knowledge, consciousness, and attitudes regarding protection of IP and utilization of its rights, targeting high school and technology college students who are the “industrial human resources of the future”.

- In FY2025, 65 schools were selected for support.

7 知的財産人材の育成

(i) 知財教材の普及

知財人材を育成するための知財教材・参考書^{*26}を作成し、特許庁・INPITウェブサイトでの提供、教材を用いたセミナーの開催などを実施し、普及に取り組んでいる。


- 2025年12月時点で、特許庁ウェブサイトにおいて、16種類の教材を提供。
- 2025年12月時点で、INPITウェブサイトにおいて、生徒・学生・指導者・大学研究者向け各種教材を提供。
- 2025年（1月～12月）は、INPITにおいて、知財マネジメント人材育成教材^{*27}を活用したグループワーク型セミナー「リアルな最新事例で学ぶ！強い経営・次の一手～知って得する知財マネジメント～」を各種支援機関、日本弁理士会等と連携し13回実施（うち1回はオンラインにて実施）。


また、日本弁理士会と知財マネジメント人材育成教材の利活用、セミナー講師育成を目的としたセミナーを東京・岡山で各1回、オンラインで1回実施。


(ii) 知財力開発校支援事業^{*28}

特許庁及びINPITは、「未来の産業人材」である高校及び高等専門学校^{（注）}の学生等を対象に、知的財産の保護や権利の活用についての知識や情意、態度を育む取組を支援している。

- 2025年度は、65校を支援校として採択。

*26  日本語
<https://www.jpo.go.jp/resources/report/kyozai/index.html>

*27  日本語
https://www.inpit.go.jp/jinzai/ipmgmt_material/index.html

*28  日本語
<https://www.inpit.go.jp/jinzai/educate/chizairyoku/index.html>

(iii) Patent Contest and Design Patent Contest*29

The contests (co-organized by the JPO, INPIT, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, and the JPAA and supported by WIPO) select and recognize particularly outstanding inventions and designs created by high school, technical college, and university students, and provide support to the winning students, ranging from patent or design application to acquisition of rights for their submitted works.

- In FY2025, there were 605 entries in the Patent category and 711 entries in the Design Patent category. Following screening by the Selection Committee, 60 works were honored with the Special Award and the Outstanding Achievement Award.

(iv) Presentation Ceremony of the Prime Minister's Certificate of Appreciation to Mark the 140th Anniversary of the Industrial Property Rights System and FY2025 Intellectual Property Achievement Awards Ceremony*30

The Minister of Economy, Trade and Industry Award and the Commissioner of the JPO Award are annually presented to individuals who have contributed to the development, dissemination, and enlightenment of the IP rights system, as the Award for Distinguished Service in the Intellectual Property Rights System, and to entities that have effectively utilized the system and contributed to its smooth operation and development as the Award for Excellent Companies, etc. Utilizing the Intellectual Property Rights System.

Starting in FY2025, the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries Award and the Export and International Affairs Bureau Director-General's Award are given to entities that have effectively protected and utilized IP rights and other IP in the agriculture, forestry, fisheries, and food industries, and have achieved outstanding results in the development of business management. In addition, in FY2025 only, the year of the Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan, the Osaka-Kansai Expo Special Award was awarded to entities that used IP to create momentum for the Expo and took initiatives

(iii) パテントコンテスト及びデザインパテントコンテスト*29

高校生、高等専門学校生、大学生等が創造した発明・デザインの中から特に優れたものを選考・表彰し（特許庁、INPIT、文部科学省、日本弁理士会共催、WIPO後援）、表彰された学生等に対して、応募作品について出願から権利取得までを支援している。

- 2025年度は、パテント部門に605作品、デザインパテント部門に711作品の応募があり、選考委員会による審査の結果、特別賞及び優秀賞併せて60作品を表彰。

(iv) 産業財産権制度140周年記念「内閣総理大臣感謝状」贈呈式及び令和7年度「知財功労賞」表彰式*30

毎年、知的財産権制度の発展及び普及・啓発に貢献のあった個人に対して「知的財産権制度関係功労者表彰」、また、制度を有効に活用し円滑な運営・発展に貢献のあった企業等に対して「知的財産権制度活用優良企業等表彰」として、経済産業大臣表彰及び特許庁長官表彰を実施している。

2025年度から、農林水産・食品分野において、知的財産権その他の知的財産を効果的に保護・活用し、事業経営の発展に顕著な成果を収めた企業等に農林水産大臣表彰及び輸出・国際局長表彰を、さらに、2025年度に限り、大阪・関西万博の開催に際し、知的財産を活用した大阪・関西万博の機運醸成や大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」と親和性が高い取組を行う企業等に対し、大阪・関西万博特別賞を表彰。これらの表彰を合わせて、「知財功労賞」と総称。

また、2025年は専売特許条例（現在の特許法）が公布されてから140周年にあたる節目の年となることから、これを記念し、産業財産権制度の普及・発展に極めて顕著な功労や功績があった企業等、又同制度を活用し、地域経済の発展に極めて顕著な功績があった企業等に対し、「内閣総理大臣感謝状」を贈呈。

2025年度は、内閣総理大臣感謝状を企業等6者に贈呈するとともに、経済産業大臣表彰として個人を2名と企業等7者、また特許庁長官表彰として個人5名と企業等14者を表彰。また大阪・関西万博特別賞として企業等3者、農林水産大臣

*29



日本語

<https://www.inpit.go.jp/patecon/>

*30



Presentation Ceremony of the Prime Minister's Certificate of Appreciation to Mark the 140th Anniversary of the Industrial Property Rights System and FY2025 "Intellectual Property Achievement Awards" | JPO, METI

English

https://www.jpo.go.jp/e/news/koho/tizai_koro/r7_tizai_kourou.html



産業財産権制度140周年記念「内閣総理大臣感謝状」の贈呈及び令和7年度「知財功労賞」の表彰について | 経済産業省特許庁

日本語

https://www.jpo.go.jp/news/koho/tizai_koro/2025_tizai_kourou.html

that were highly compatible with the Expo's theme of "Designing Future Society for Our Lives". These awards are collectively referred to as the Intellectual Property Achievement Awards.

The year 2025 also marked the 140th anniversary of the promulgation of the Patent Ordinance (the current Patent Act). To commemorate this milestone, the Prime Minister's Certificate of Appreciation was presented to entities that have made extremely significant contributions to the diffusion and development of the industrial property rights system, and to entities that have utilized this system and made extremely significant contributions to the development of the regional economy.

In FY2025, the Prime Minister's Certificate of Appreciation was presented to six entities. Two individuals and seven entities were awarded by the Minister of Economy, Trade and Industry, and five individuals and 14 entities were awarded by the Commissioner of the JPO. In addition, three entities received the Osaka-Kansai Expo Special Award. One entity received the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries Award, and two entities received the Export and International Affairs Bureau Director-General's Award.

表彰として企業等1者、輸出・国際局長表彰として企業等2者を表彰。

8 Diversity, Equity and Inclusion (DE&I) Initiatives

Embracing diversity, equity and inclusion, the JPO strives to offer both job satisfaction and an enabling work environment for all members.

(i) Creation and Unveiling of JPO DE&I Logo

To further promote the JPO's DE&I initiatives, a JPO DE&I logo was created and unveiled in January 2025.

[Figure 2-3-11]

8 DE&I（ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン）に関する取組

特許庁では、組織の多様性や公平性、包摂性を追求しながら、職員一人一人が働きがいと働きやすさを感じられる組織の実現に向けて活動中。

(i) 特許庁DE&Iロゴの作成・公開

特許庁のDE&Iの取組を一層推進するため、特許庁DE&Iロゴを作成し、2025年1月に公開。[2-3-11図]

Figure 2-3-11 JPO DE&I Logo / 特許庁 DE&I（ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン）ロゴ



(ii) Pilot Implementation of Career Interviews

Following on from the previous year, interviews were conducted with IP professionals inside and outside the JPO to encourage the independent development of career visions. The interviews offered insights into the diverse backgrounds and experiences of the IP professionals and provided interviewers with opportunities to envision their ideal role models. The insights gained were also widely shared among JPO personnel. This in turn provided opportunities to raise awareness about their roles in the IP ecosystem and encourage personnel to formulate their future career plans.

(iii) Event at Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan

In October, the JPO, with the cooperation of WIPO, held a panel discussion titled “Women & Youth Roundtable”^{*31} at Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan. The topics included enhancing the roles of women and other diverse talent in the field of IP. WIPO, heads and senior officials of IP Offices, and Ms. Asakawa Chieko, IBM Fellow and Expo Executive Board Member, discussed the significance of women’s and youth engagement in inventions and innovation. Proposed support measures included flexible work styles, presentation of various science career role models, honoring women and youths, and promotion of education in IP and science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

(iv) Collaboration with the JPAA and JIPA

The JPO further collaborated with IP-related organizations and exchanged views with the DE&I Promotion Committee of the Japan Patent Attorneys Association (JPAA) and the DE&I Society Working Group of the Japan Intellectual Property Association (JIPA). The JPO also promoted information dissemination on DE&I by co-organizing a seminar focused on “Women and IP.”

(ii) キャリアインタビューの試行

職員一人一人の自主的なキャリアビジョンの形成を促進すべく、特許庁職員や庁外関係者へのインタビュー活動を昨年度に継続して実施。インタビューを行ったメンバーに対し、庁内外で活躍する知財関係者の多様な経歴・経験に触れることを通じて、理想のロールモデルをイメージする機会を提供するとともに、得られた知見を職員に広く周知。職員に対し、知財エコシステムにおける自己の役割について意識を高める機会とともに、将来像の形成を促す機会を提供。

(iii) 大阪・関西万博におけるイベントの実施

10月には大阪・関西万博で、WIPOの協力の下、知財分野における女性等幅広い人材の活躍促進などについてのパネルディスカッション「Women & Youthラウンドテーブル」^{*31}を実施。WIPO、海外知財庁の長官等、IBMフェローの浅川智恵子氏（万博理事）を交えて、女性や若者の発明・イノベーション参画の意義等を議論。支援策として、フレキシブルな働き方や多様な理系キャリアのロールモデル提示、女性向け・若者向け表彰、知財やSTEM（科学、技術、工学、数学）教育の普及などが挙げられた。

(iv) 日本弁理士会及び日本知的財産協会との連携

知財関連団体との連携を進め、日本弁理士会DE&I推進委員会及び一般社団法人日本知的財産協会（JIPA）DE&I Society WGと意見交換を実施。さらに、「女性×知財」を目的とした共催セミナーを実施しながら、DE&Iに関する情報発信を推進。

*31 Outcomes of the EXPO 2025 International Forums on the Promotion of Intellectual Property Utilization for the SDGs
2025年SDGsに向けた知財活用の促進等に関する国際フォーラム結果概要



日本語

<https://www.jpo.go.jp/news/jpo-international-forum/ugoki/202510/2025101402.html>

(v) Events for Secondary School Girls

In March and August 2025, the JPO held events for Secondary School girls. The events introduced workplaces in STEM fields and provided opportunities for participants to interact with women professionals with backgrounds in STEM. The JPO plans to continue these activities to further broaden and strengthen the IP ecosystem.



Event for secondary school girls

女子中高生向けイベントの様子

(v) 女子学生向けイベントの実施

2025年3月及び8月には、女子中高生・女子学生向けのイベントを実施し、STEM分野の職場紹介や理工系出身の女性職員等との交流を図った。知財エコシステムの更なる裾野拡大に向けて、活動を継続予定。



“Women & Youth Roundtable”

「Women & Youth ラウンドテーブル」の様子

9 User Support through the Information System

(i) System Development for Improving User Convenience

The JPO undertook system development in line with the “Plan for Optimization of Operations and Systems of the JPO”^{*32} formulated in March 2013. The actions stipulated in the plan were later incorporated into the “METI Digital Transformation Plan” in June 2018, and the digital transformation plan was revised in October 2022.^{*33} In line with the plan, the JPO is currently advancing system development to improve convenience for users along with sweeping reviews of system structures.

- In March 2025, system updates were made to accommodate the revised Trademark Act (introduction of a consent system), including displaying in official gazettes that the trademark was registered through the application of a consent system.

(ii) Japan Platform for Patent Information (J-PlatPat)

J-PlatPat is a patent information online service with user-friendly functions to search for official gazettes of patents, utility models, designs, and trademarks and to check history information.^{*34}

- Enhancements were made in 2025, including adding a search function using search histories for patent and utility model searches, enhancing the ranking function for patent and utility model search results, increasing the number of search results displayed for designs and trademarks, adding a batch search function for goods and services names in trademark application and registration information, accommodating the trademark consent system, and raising the upper limit on the number of similar group codes that can be entered.

9 情報システムによるユーザー支援

(i) ユーザーの利便性向上のためのシステム開発

特許庁は、2013年3月に策定された「特許庁業務・システム最適化計画^{*32}」に沿って開発を進めてきた。その後、2018年6月、当該最適化計画にて定められていたものは「経済産業省デジタル・ガバメント中長期計画」に取り込まれ、当該中長期計画は、2022年10月に改定された^{*33}。現在は、当該中長期計画に沿って、システム構造の抜本的見直しとともに、ユーザーの利便性向上のためのシステム開発を進めている。

- 2025年3月には、商標法の改正（コンセント制度の導入）に対応するため、登録商標がコンセント制度の適用により登録された商標であることを公報上表示する等のシステム改修を実施。

(ii) 特許情報プラットフォーム (J-PlatPat)

J-PlatPatは、特許、実用新案、意匠、商標の公報の検索や経過情報の照会などの機能を有する特許情報提供サービスである^{*34}。

- 2025年には、特許・実用新案検索における検索履歴を使った検索機能の追加、特実検索結果ランキング機能の強化、意匠・商標の検索結果表示件数の拡張、商標出願・登録情報における商品・役務名の一括検索機能の追加、商標コンセント制度への対応、類似群コード入力数の上限緩和などを実施。

*32  日本語
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/gyomu/system_saitekika_2013.html

*33  日本語 Text (本紙)
https://www.meti.go.jp/policy/digital_transformation/asset/meti-dx/20221014/honbun-dejigaba-chuchouki-keikaku-meti.pdf

 日本語 Annex (別紙)
https://www.meti.go.jp/policy/digital_transformation/asset/meti-dx/20221014/besshi2-dejigaba-chuchouki-keikaku-meti.pdf

*34  日本語
<https://www.j-platpat.inpit.go.jp>

10 JPO Digital Strategy [Figure 2-3-12]

The JPO is conducting planning and deliberations based on the “JPO Digital Strategy 202X”^{*35} formulated in November 2024, aiming to work with users in shifting away from conventional thinking, boldly reforming systems, and leading the world in IP using digital technology.

The “JPO Digital Strategy 202X” sets forth a mid- to long-term plan for future system development based on key concepts for the JPO’s transformation, aimed at realizing the following visions to be pursued: (1) providing better user experiences and administrative services, (2) improving the operational efficiency and convenience of employees, and (3) supporting diverse employee work styles.

To achieve these visions, in terms of utilizing ePCT, a service that can simplify the submission of priority documents was launched in April 2025. The service assigns access codes through ePCT to PCT international applications that are filed online with the JPO as the Receiving Office using the Internet filing software. In addition, planning and deliberations are underway to introduce online delivery, including increasing the types of documents that can be viewed and downloaded through ePCT.

Furthermore, with the planned renewal of electronic receipt-related systems, the JPO has begun studying the detailed requirements for realizing simple, one-stop procedures.

10 特許庁デジタル戦略 [2-3-12 図]

特許庁は、ユーザーとともに、これまでの発想を転換し、システムを大胆に変革し、デジタルの活用で世界の知財をリードすることを目指し、2024年11月に策定した「特許庁デジタル戦略202X^{*35}」に基づき企画及び検討を進めている。

「特許庁デジタル戦略202X」は、①より良いユーザー体験・行政サービスの提供、②職員の業務効率化・利便性向上、③職員の多様な働き方の後押しという目指すべき将来像の実現に向けて「特許庁の変革」のためのキーコンセプトに基づき、今後のシステム開発の中長期的な計画を定めるものである。目指すべき将来像の実現に向けて、ePCTの活用という観点では、2025年4月、日本国受理官庁にインターネット出願ソフトを用いてオンライン出願されたPCT国際出願に対して、ePCTを通じてアクセスコードを付与し、優先権書類の提出を簡略化できるサービスを開始。また、ePCTから閲覧・ダウンロードできる書類の種類を増加させる等、オンライン発送の導入に向けた企画及び検討を進めている。

また、受付系システム刷新にあたり、ワンストップでシンプルな手続の実現を目指し、詳細な要件の検討を開始している。

*35



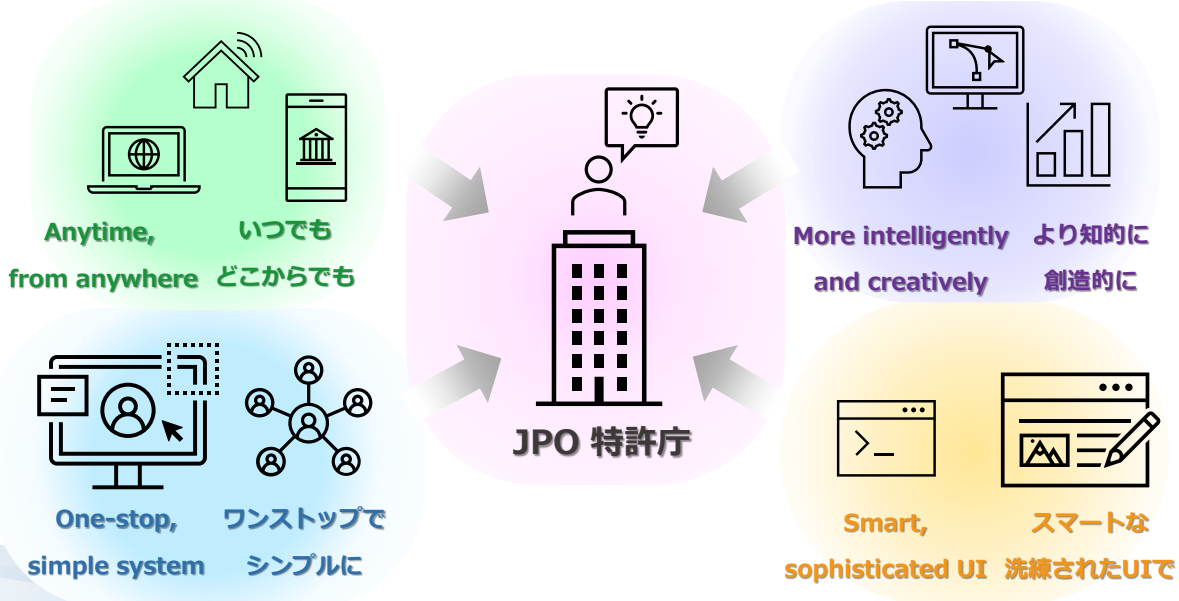
日本語

https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/gyomu/document/jpo_digital_202x/jpo_digital_202x.pdf

Figure 2-3-12 Overview of the JPO Digital Strategy / 特許庁デジタル戦略の全体像

An Advanced, Smart Digital Environment for All Stakeholders 全てのステークホルダーに高度でスマートなデジタル環境を

- | | |
|---|------------------------------|
| (1) Better user experiences and administrative services | ①より良いユーザー体験・行政サービスを提供するとともに、 |
| (2) Improved operational efficiency and convenience | ②業務の効率性・利便性を向上させ、 |
| (3) Support for diverse employee work styles | 併せて③職員の多様な働き方を後押しする |



2 Review of IP Systems / 制度の検討

1 Industrial Property Rights Framework Adapted for the AI/DX Era

As an infrastructure for innovation, the industrial property rights system has been updated in step with advances in digital technology.

In recent years, the accelerating pace of AI adoption across society and of digital transformation (DX) of industries has given rise to issues related to industrial property rights. To create industries using AI and digital technologies and to increase the “earning power” of Japanese companies, it is necessary to look ahead to further technological progress and establish an industrial property rights system that is appropriate for the AI/DX era.

Since November 2024, bodies such as the Patent System Subcommittee and the Design System Subcommittee of the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council of METI have examined the following issues.

(i) Properly Accommodating the Industrial Property Rights System in Light of Advances in AI Technology

As AI technology advances, R&D that leverage AI technology are becoming widespread, enabling the generation of large volumes of outputs in a short amount of time. The disclosure of vast amounts of technology information may make it difficult to obtain patent rights. Furthermore, there may be no inventor for inventions to which AI has made a substantial contribution. Regarding (1) invention, (2) inventorship, and (3) eligibility of cited inventions, the JPO is conducting fact-finding through research studies and holding deliberations, taking into account domestic and international trends.

As generative AI changes the nature of design creation, the Design Act is also being reviewed, similar to the Patent Act.

1 AI/DX時代に適応した産業財産権の在り方

産業財産権制度は、イノベーションのインフラとして、デジタル技術の発展に併せてアップデートが行われてきた。

昨今、社会全体のAI技術活用、各産業のDX化が加速しているところ、それに伴う産業財産権上の問題が生じつつある。AIやデジタル技術により産業を創出し我が国企業の「稼ぐ力」を向上させていくためには、技術の更なる発展を見据え、AI/DX時代にふさわしい産業財産権制度を構築する必要がある。

2024年11月以降、産業構造審議会知的財産分科会の特許制度小委員会・意匠制度小委員会等において、以下の論点について検討を行っている。

(i) AI技術の発達を踏まえた産業財産権制度上の適切な対応

AIの技術発展に伴い、AI技術を活用した研究開発が普及しつつあり、短時間で大量の成果物を生成することが可能となっている。多量の技術情報が公知になることで特許権取得が困難になるおそれや、AIが大きく寄与した発明において発明者が不在となるおそれが生じている。①発明②発明者③引用発明適格性の3論点について、調査研究を通じて実態把握を行い、国内外の動向を踏まえながら検討を進めている。また、意匠法においても生成AIによってデザイン創作の在り方が変わりつつあるところ、特許法と同様に検討を行っている。

(ii) Appropriate Protection of Rights for Network-related Inventions, etc. in International Business Activities

The principle of territoriality stipulates that the effects of patent rights are recognized only within the territory of the country of registration. If, based on this principle, it is deemed that a patented invention is not “implemented” in Japan merely because part of its constituent elements is located outside Japan, patents could be easily circumvented, potentially resulting in insufficient protection for inventions. In this regard, in recent years, the Supreme Court of Japan has rendered judgments recognizing the exercise of Japanese patent rights even where servers are located overseas.*36 However, the circumstances under which rights may be exercised remain unclear, raising concerns about the predictability of rights protection. To improve predictability for users, the JPO is considering clarifying factors to be taken into account and preparing a document that outlines the relevant interpretations while referring also to the aforementioned Supreme Court judgments.

(iii) Design System Framework for Designs in Virtual Spaces

With the advancement of virtual reality (VR) and related technologies, business operators in both physical and virtual spaces are pursuing businesses premised on the use of virtual spaces. Meanwhile, designs in both physical and virtual spaces have been copied or sold without authorization. Against this backdrop, the JPO is conducting fact-finding and reviews on how designs in virtual spaces can be protected.

(ii) 国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護

特許権の効力は、属地主義の原則により、「当該国の領域内においてのみ認められる」とされている。属地主義との関係で、発明の構成要件の一部が国外に存在するだけで日本国内における特許発明の「実施」と評価できないとすると、特許を容易に回避し得るため、発明の十分な保護が図れない可能性がある。この点に関して、近年、海外にサーバーが設置されていても、日本の特許権の権利行使を認めた最高裁判決*36も出されたところであるが、いかなる場合に権利行使が可能であるかが依然として明確ではないため、権利保護の予見性について懸念がある。そこで、ユーザーの予見性向上を目的として、上記最高裁判決も参考としながら、要件の明確化や考え方の整理を検討している。

(iii) 仮想空間におけるデザインに関する意匠制度の在り方

VR技術等の発展を受けて、現実空間・仮想空間のビジネス主体の双方が、仮想空間の利活用を前提とした様々なビジネスを展開しているところ、現実空間・仮想空間の双方のデザインが無断で模倣、販売等される被害が生じている。そこで、仮想空間におけるデザインの保護の在り方について、実態把握を行いながら検討を進めている。

*36 Supreme Court judgment of March 3, 2025, *Hanrei Times*, No. 1535, p. 78; Supreme Court judgment of March 3, 2025, *Hanrei Times*, No. 1535, p. 101. 最判令和7年3月3日判タ1535号78頁及び最判令和7年3月3日判タ1535号101頁。

(iv) Initiatives to Deter IP Infringement

Government and related documents commit to undertaking initiatives to prevent IP infringement in order to deter the infringement of IP held by SMEs, microenterprises, and startups. Accordingly, a whole-of-government approach is being taken to deter IP infringement. Patent infringement litigation requires substantial financial and human resources, making it difficult for patent holders to obtain adequate relief when their rights are infringed. Therefore, alongside conducting fact-finding surveys on patent infringement and studying systems of other countries that contribute to the deterrence of patent infringement, the JPO is deliberating measures to resolve the situation and has initiated discussions within the Patent System Subcommittee.

(v) Industrial Property Rights Procedures Suitable for the DX Era

With increasing DX across society, it is also important to revise industrial property rights procedures in line with the times. In bodies such as the Patent System Subcommittee, deliberations are underway on providing abbreviated representations of personal addresses in official gazettes to appropriately protect individual privacy; introducing online filings and dispatch using ePCT to improve user convenience, streamline JPO operations, and promote international harmonization; and abolishing the deemed withdrawal of earlier applications based on domestic priority.

(iv) 知的財産の侵害抑止へ向けた取組

政府等文書において、中小・小規模企業・スタートアップが保有する知的財産の侵害を抑止するために知的財産を侵害させないための取組を行うことが掲げられ、政府全体として知的財産の侵害抑止に取り組んでいる状況にある。特許権侵害訴訟は資金や人的リソース等の大きな負担を要するために、特許権者は権利が侵害された場合に十分な救済を得ることが難しいという課題がある。そこで、特許権侵害の実態調査や海外の特許権侵害の抑止に資する制度の調査を実施しながら、現下の状況を解決するための方策について検討を進めており、特許制度小委員会での議論を開始した。

(v) DX時代にふさわしい産業財産権手続

産業財産権手続についても、社会全体のDX化の進展に伴い、時代に即した見直しを行うことが重要である。特許制度小委員会等において、個人のプライバシーを適切に保護する観点から、公報における個人住所の概略表記、ユーザーの利便性向上や特許庁における業務効率化、国際調和等の観点から、ePCTによるオンライン出願・発送の導入や、国内優先権に基づく先の出願のみなし取下げの廃止をする方向で検討を進めている。

3 Dissemination of Information on the JPO's Measures to Overseas Users / 海外ユーザーに対する日本国特許庁施策の情報発信

The JPO disseminates information to overseas users regarding matters such as the JPO's measures that are available to overseas users and latest statistics. Through such dissemination of information, the JPO supports overseas users in filing applications with the JPO and smoothly obtaining rights in Japan, and it promotes their understanding of the JPO's activities.


- In 2025, "The JPO Quick Reads"^{*37} was published 42 times, through which the JPO disseminated information focusing on measures available to foreign users, such as reports on the JPO's international cooperation that contributes to global registration of rights, reports on international meetings, and guidebooks published by the JPO. [Figure 2-3-13]
- The JPO updated the content provided on "The JPO Key Features".^{*38} It contains information on a range of measures related to patent, design, trademark, and trial and appeal. [Figure 2-3-14]
- The JPO updated materials that introduce its measures to overseas users and published them on the JPO's website.^{*39}
- In 2025, the JPO exchanged opinions with 28 foreign companies, aimed at deepening their understanding of Japan's IP rights systems and examination practices and grasping what foreign companies demand of the JPO. Companies that wished to exchange opinions with the JPO were invited to apply on its website.^{*40}
- The JPO reached a broad range of overseas users also through its English-language official X account^{*41} and official LinkedIn account.^{*42}
- The JPO provided updates of its measures to overseas users at international symposiums and seminars.


特許庁では、海外ユーザー向けに、海外ユーザーが利用可能な特許庁の施策情報・最新統計情報などの情報発信を行っている。本情報発信によって、海外ユーザーによる特許庁への出願・円滑な権利化を支援するとともに、特許庁の活動への理解を促している。


- 2025年には、「The JPO Quick Reads^{*37}」にて42回にわたり、グローバルな権利化に資する国際協力の取組報告、国際会合の開催報告、特許庁が公表したガイドブックなど、外国ユーザーが利用可能な施策情報を中心に情報を発信。[2-3-13図]
- 「The JPO Key Features^{*38}」では掲載内容を更新。特許、意匠、商標、審判関連の施策を広く掲載。[2-3-14図]
- 海外ユーザー向けに日本国特許庁の施策を紹介する資料を更新し、特許庁ウェブサイト^{*39}に公表。
- 海外企業に我が国の知的財産権制度や審査実務への理解を深めてもらうとともに、日本国特許庁への要望を具体的に把握するために、2025年には海外企業との意見交換を28件実施。意見交換を希望する企業を特許庁ウェブサイト^{*40}で募集。
- 英語版特許庁公式X^{*41}及び特許庁公式LinkedIn^{*42}による発信を併用し、海外ユーザーに広く周知。
- 国際シンポジウムやセミナー等の場において、海外ユーザーに対して日本国特許庁の施策に関する最新情報を説明。

*37  English
<https://www.jpo.go.jp/e/news/quickreads/index.html>

*38  English
<https://www.jpo.go.jp/e/news/keyfeatures/index.html>

*39  English
<https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/sonota-info/presentation-material.html>

*40  English
<https://www.jpo.go.jp/e/support/general/opinion-exchange.html>

 日本語
<https://www.jpo.go.jp/support/general/opinion-exchange.html>

*41  English
https://x.com/JPO_JPN/

*42  English
<https://jp.linkedin.com/company/japan-patent-office>

Figure 2-3-13 The JPO Quick Reads Banner / The JPO Quick Reads イメージ

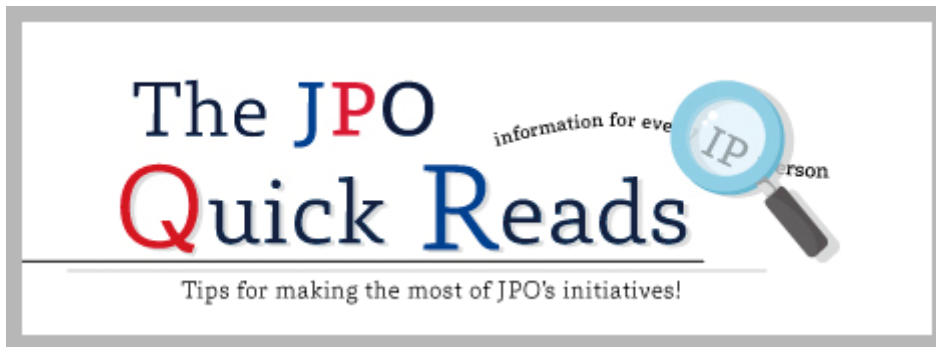
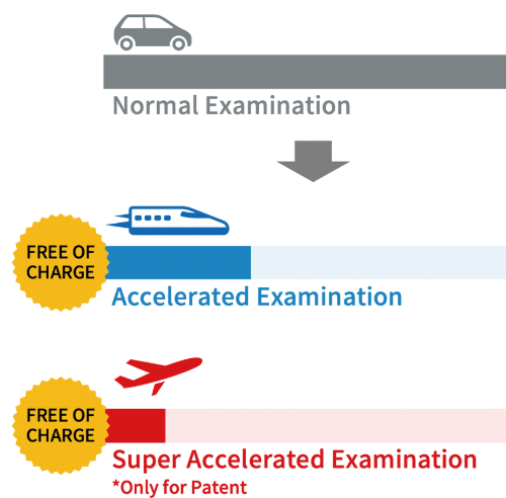


Figure 2-3-14 The JPO Key Features



Facts & Basics



Timely Examination Results

- Upon request, the JPO conducts accelerated examinations for patent, design and trademark applications that meet certain requirements.
 - As for patent applications, super accelerated examination is also available.
 - The accelerated examination system allows you to acquire IP rights timely in line with your business operation schedules and global business expansion strategies.
- ▶ [Accelerated Examination and Accelerated Appeal Examination for Patent](#)
 - ▶ [Outline of Super Accelerated Examination](#)
 - ▶ [Accelerated Examination/Accelerated Appeal Examination System for Design Applications](#)
 - ▶ [Accelerated Examinations and Accelerated Appeal Examinations for Trademarks](#)

Appendixes

付録

Examination, Appeals, Trials, and Opposition Flow Chart

審査・審判の流れ

Organizational Chart

組織図

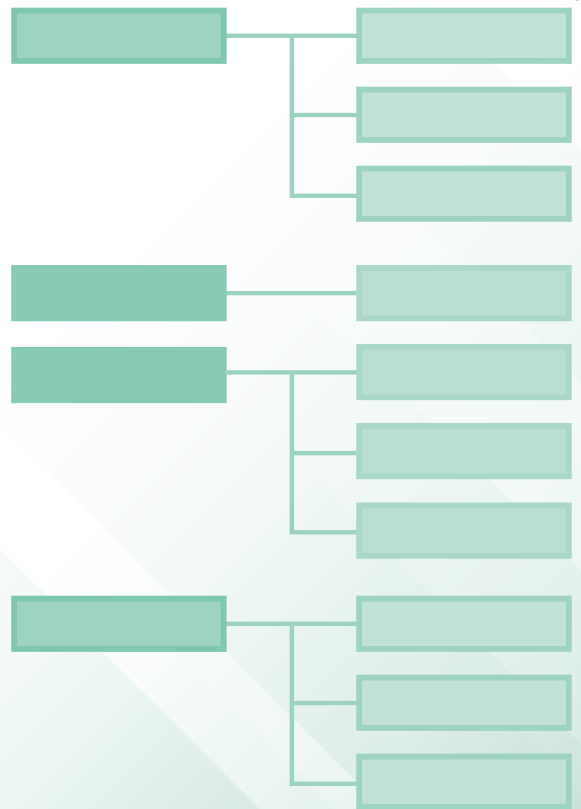
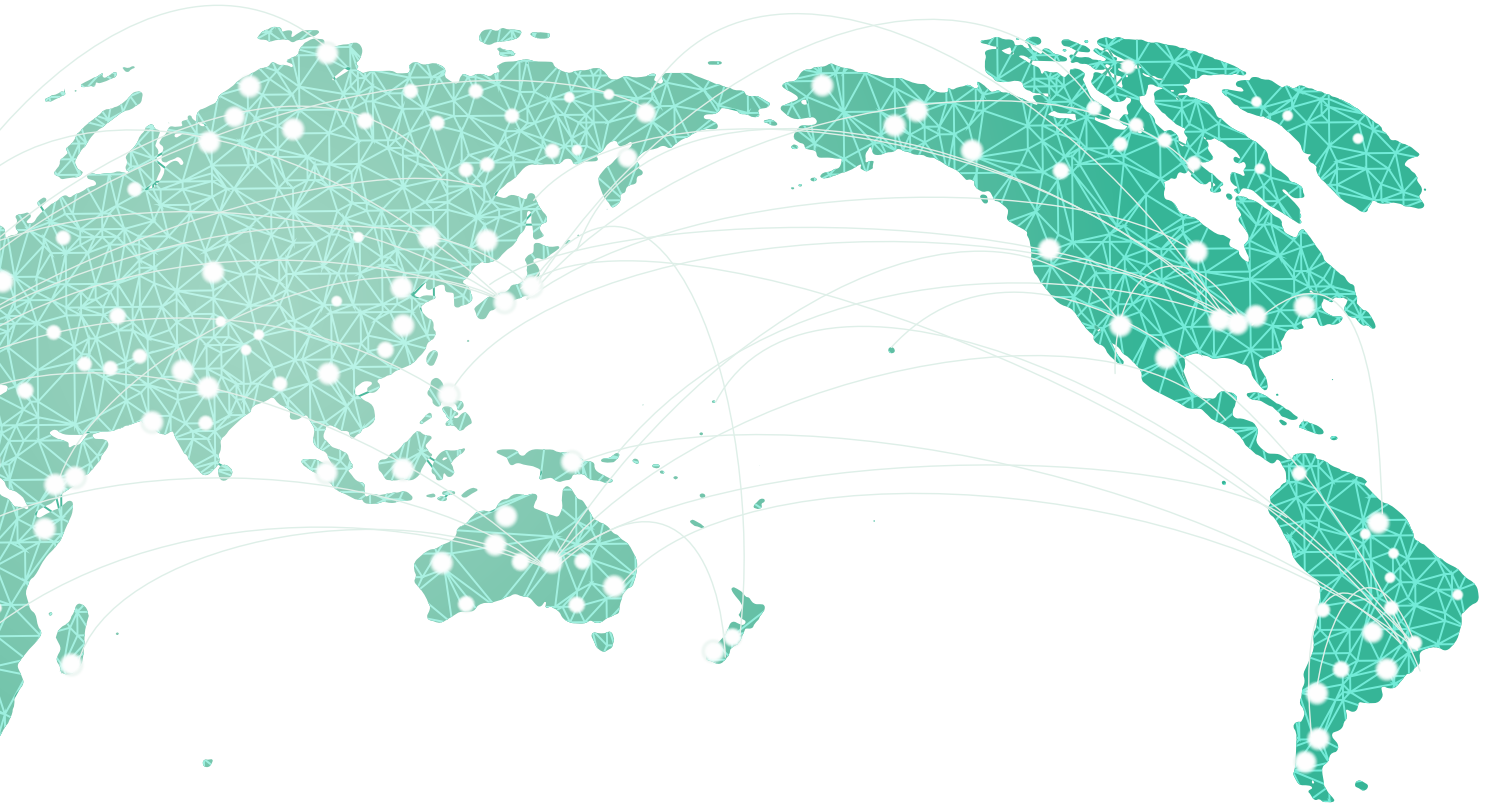
Schedule of Fees (as of April 1, 2026)

産業財産権関係料金一覧 (2026年4月1日時点)

Contact Information

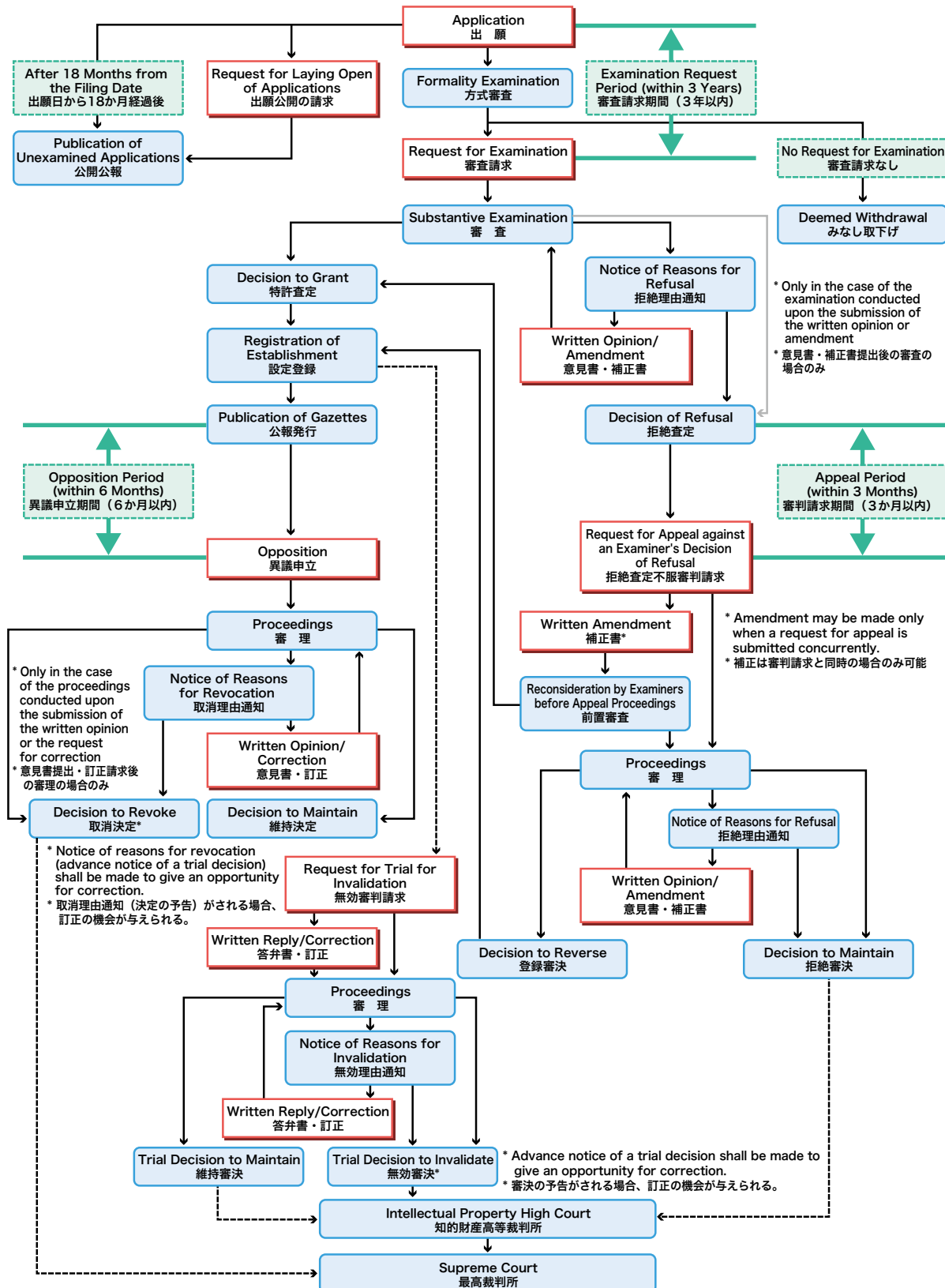
連絡先等情報



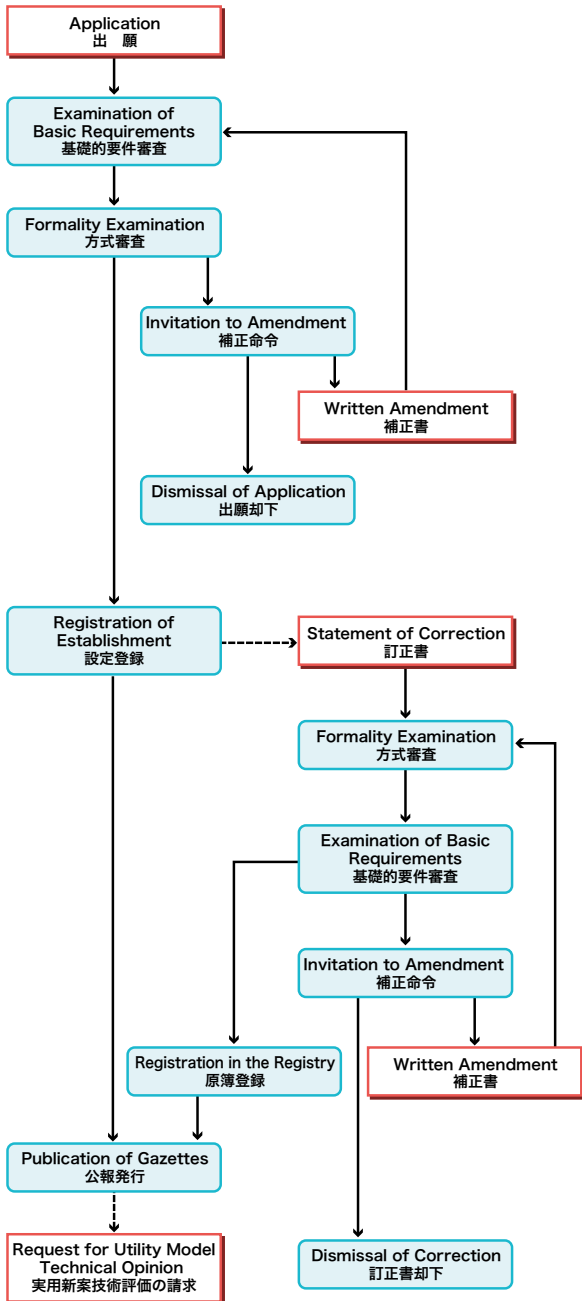


Examination, Appeals, Trials, and Opposition Flow Chart 審査・審判の流れ

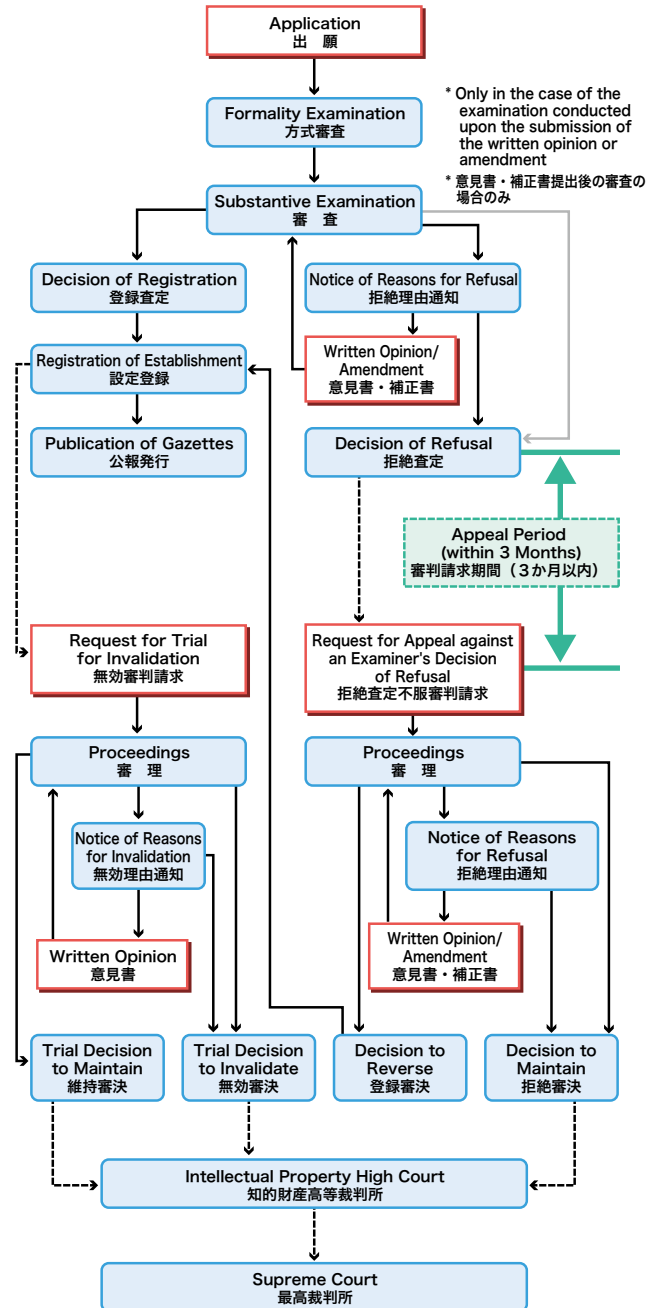
1 Patent / 特許



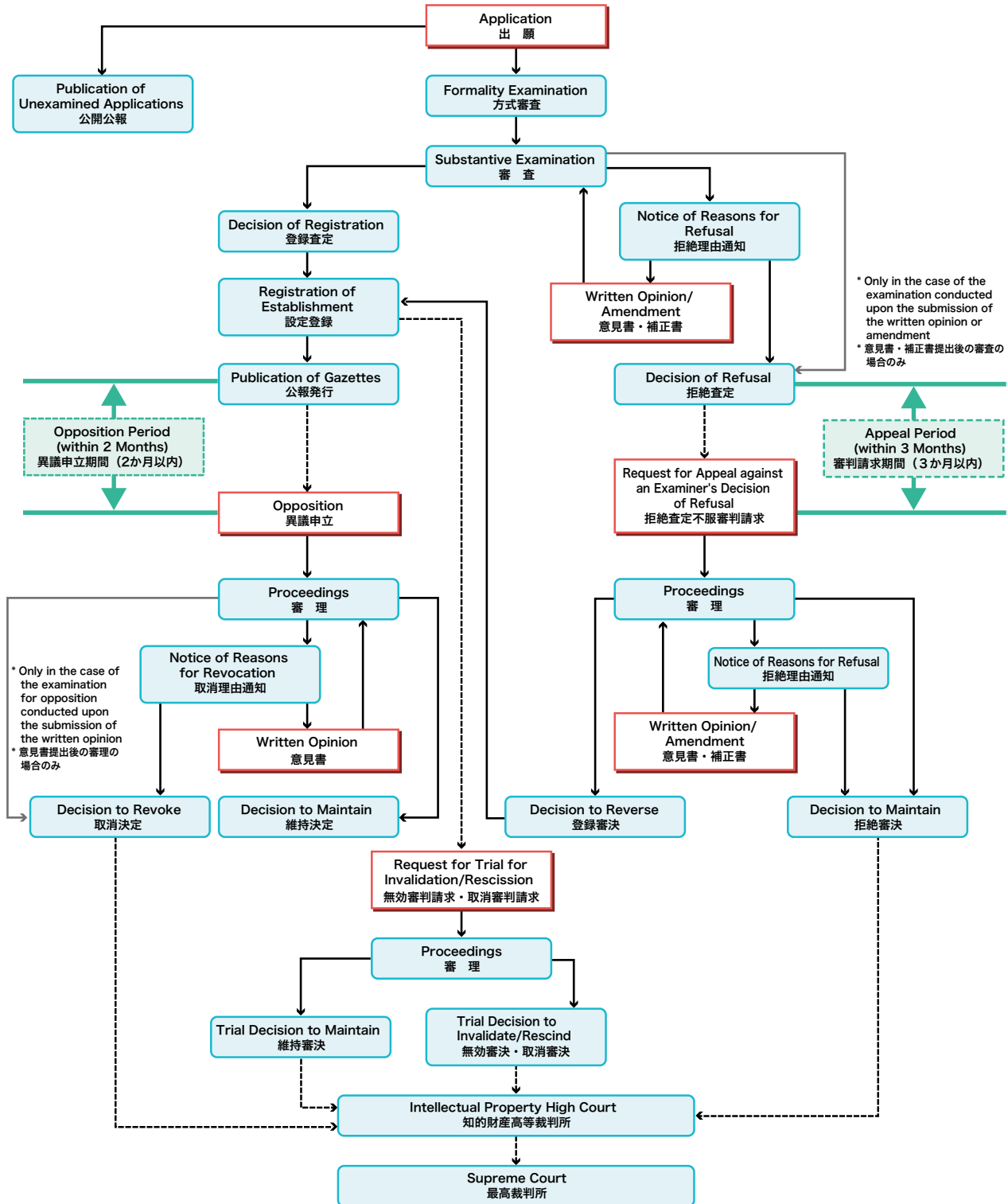
2 Utility Model / 実用新案



3 Design / 意匠

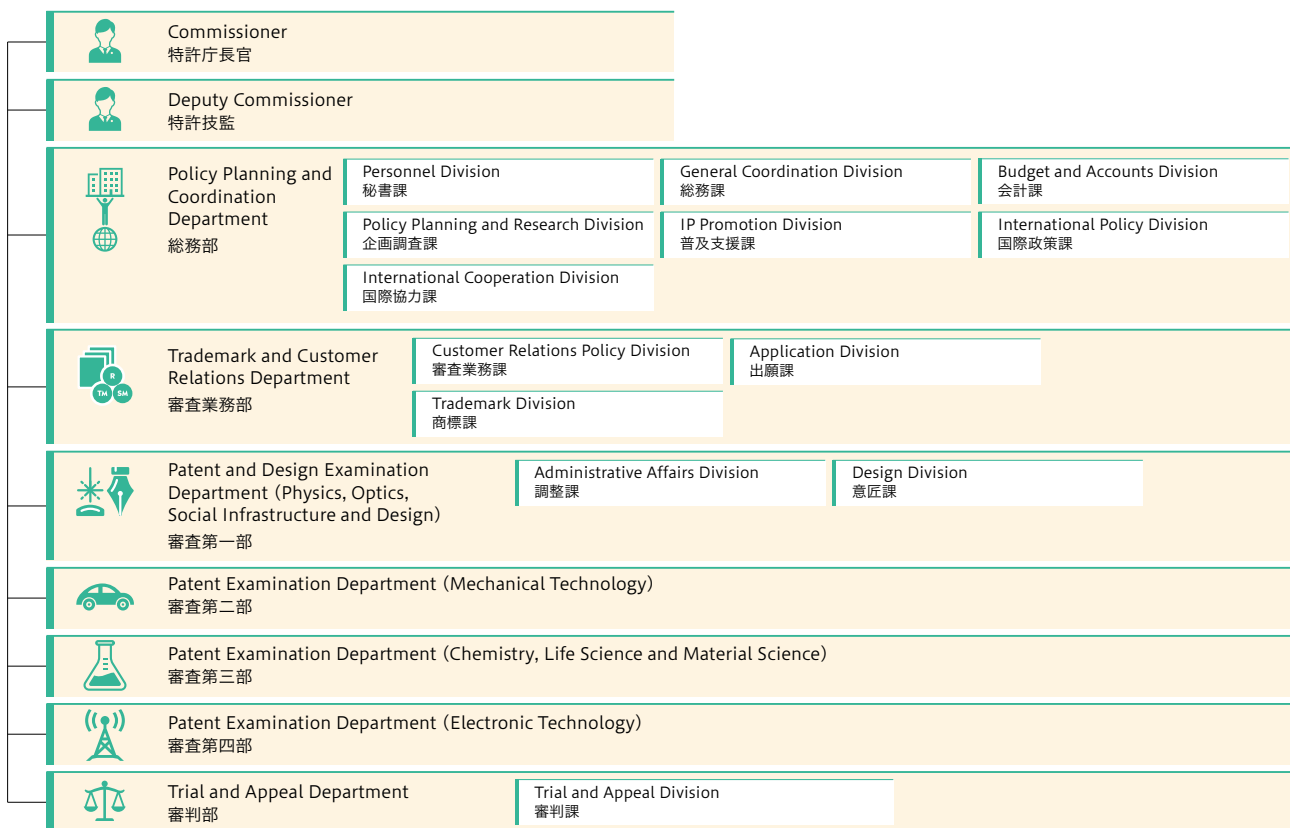


4 Trademark / 商標



Organizational Chart

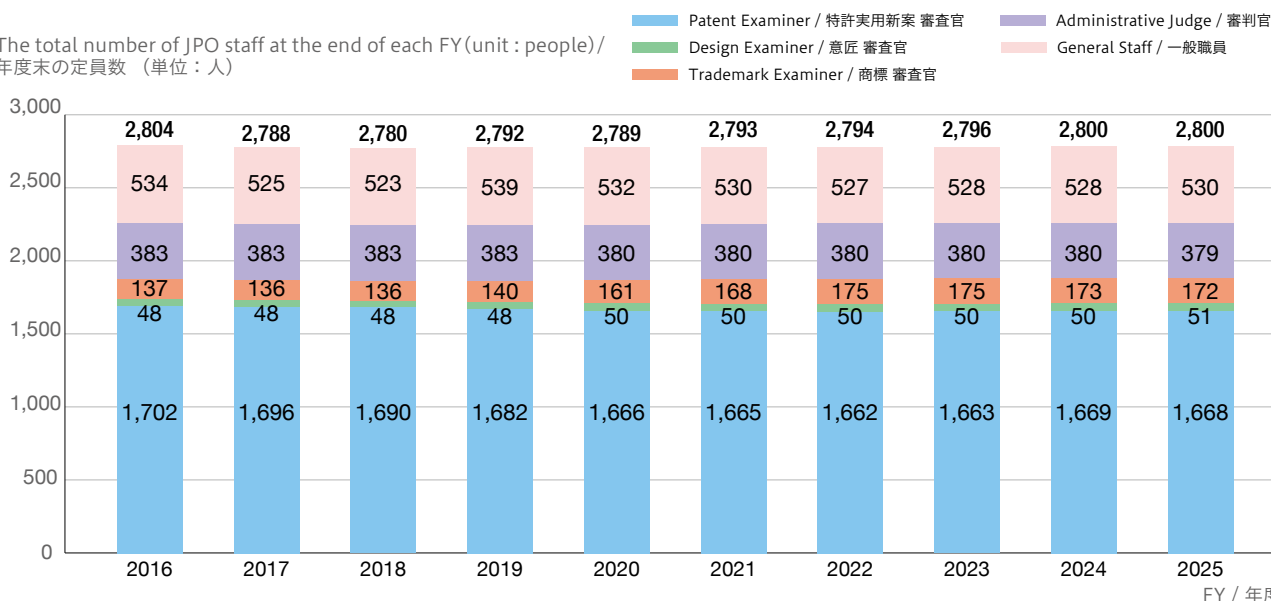
組織図



Number of JPO Staff Composition

特許庁定員数

The total number of JPO staff at the end of each FY (unit : people) / 年度末の定員数 (単位：人)



Schedule of Fees (as of April 1, 2026) 産業財産権関係料金一覧 (2026年4月1日時点)

1 Application / 出願料

(1) Patents / 特許

Patent application / 特許出願	¥14,000
Application in foreign language / 外国語書面出願	¥22,000
Entry into the national phase in Japan (under the PCT) 特許法第184条の5第1項の規定による手続	¥14,000

(2) Utility Models / 実用新案

Note: Applicants are required to pay registration fees for the 1st-3rd years in a lump sum at the time of filing. For utility models, the registration fees are paid together with the application fees for the 1st-3rd years at the time of filing.

Utility Model application / 実用新案登録出願	¥14,000
Entry into the national phase in Japan (under the PCT) 実用新案法第48条の5第1項の規定による手続	¥14,000

(3) Designs / 意匠

Design application / 意匠登録出願	¥16,000
-----------------------------	---------

(4) Trademarks / 商標

Trademark application / 商標登録出願	¥3,400 + (¥8,600 per classification / ¥8,600 × 区分数)
--------------------------------	---

2 Request for Examination / 審査請求料等

(1) Patents / 特許

(a) Request for examination / 出願審査請求 -where the international search report has been established	¥138,000 + (¥4,000 per claim / ¥4,000 × 請求項数)
(b) by the JPO (under the PCT) (特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願)	¥83,000 + (¥2,400 per claim / ¥2,400 × 請求項数)
(c) by an International Searching Authority other than the JPO (under the PCT) (特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願)	¥124,000 + (¥3,600 per claim / ¥3,600 × 請求項数)
(d) by a designated searching organization (特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した場合)	¥110,000 + (¥3,200 per claim / ¥3,200 × 請求項数)

(2) Utility Models / 実用新案

Request for Registrability Report / 実用新案技術評価請求 -where the international search report has been established by the JPO (under the PCT) (特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願)	¥42,000 + (¥1,000 per claim / ¥1,000 × 請求項数)
-where the international search report has been established by an International Searching Authority other than the JPO (under the PCT) (特許庁以外が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願)	¥8,400 + (¥200 per claim / ¥200 × 請求項数)
-where the international search report has been established by an International Searching Authority other than the JPO (under the PCT) (特許庁以外が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願)	¥33,600 + (¥800 per claim / ¥800 × 請求項数)

3 Annual fee Registration fee / 特許料・登録料

(1) Patents / 特許料

For patent applications requested for examination on or before March 31, 2004 / 2004年3月31日までに審査請求をした出願

1-3rd year / 第1年-第3年	annually / 毎年	¥10,300	+ (¥900 per claim / ¥900 × 請求項数)
4-6th year / 第4年-第6年	annually / 毎年	¥16,100	+ (¥1,300 per claim / ¥1,300 × 請求項数)
7-9th year / 第7年-第9年	annually / 毎年	¥32,200	+ (¥2,500 per claim / ¥2,500 × 請求項数)
10-25th year / 第10年-第25年	annually / 毎年	¥64,400	+ (¥5,000 per claim / ¥5,000 × 請求項数)

For patent applications requested for examination on or after April 1, 2004 / 2004年4月1日以降に審査請求をした出願

1-3rd year / 第1年-第3年	annually / 毎年	¥4,300	+ (¥300 per claim / ¥300 × 請求項数)
4-6th year / 第4年-第6年	annually / 毎年	¥10,300	+ (¥800 per claim / ¥800 × 請求項数)
7-9th year / 第7年-第9年	annually / 毎年	¥24,800	+ (¥1,900 per claim / ¥1,900 × 請求項数)
10-25th year / 第10年-第25年	annually / 毎年	¥59,400	+ (¥4,600 per claim / ¥4,600 × 請求項数)

(2) Utility Models / 実用新案登録料

1-3rd year / 第1年-第3年	annually / 毎年	¥2,100	+ (¥100 per claim / ¥100 × 請求項数)
4-6th year / 第4年-第6年	annually / 毎年	¥6,100	+ (¥300 per claim / ¥300 × 請求項数)
7-10th year / 第7年-第10年	annually / 毎年	¥18,100	+ (¥900 per claim / ¥900 × 請求項数)

(3) Designs / 意匠登録料

1-3rd year / 第1年-第3年	annually / 毎年	¥8,500	
4-25th year (4-15th year for Design applications filed by March 31, 2007 / 4-20th year for Design applications filed by March 31, 2020) 第4年-第25年 (2007年3月31日以前の出願は第15年まで / 2020年3月31日以前の出願は第20年まで)	annually / 毎年	¥16,900	

(4) Trademarks / 商標登録料

Registration fee / 商標登録料		¥32,900	per classification / ¥32,900 × 区分数
-Payment of registration fee by installments / 分納額 (前期・後期支払分)		¥17,200	per classification / ¥17,200 × 区分数
Renewal fee / 更新登録申請		¥43,600	per classification / ¥43,600 × 区分数
-Payment of renewal fee by installments / 分納額 (前期・後期支払分)		¥22,800	per classification / ¥22,800 × 区分数



For details, see JPO website.
<https://www.jpo.go.jp/e/system/process/tesuryo/hyou.html>



上記以外の料金・手数料等については、
特許庁ウェブサイトでご確認ください。
<https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html>

Contact Information 連絡先等情報

JPO / 特許庁

The JPO's address and a map showing its location are as follows. Please see the website below for detailed directions and information on how to enter the JPO building.

Address: 3-4-3 Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan

TEL: +81 3 3581 1101

Detailed directions and entry information



English
<https://www.jpo.go.jp/e/introduction/access/map.html>

特許庁の所在地、周辺地図等は下記のとおりになります。アクセス・入館方法の詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。

所在地: 〒100-8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号

代表連絡先: 03-3581-1101

アクセス・入館方法の詳細



日本語
<https://www.jpo.go.jp/introduction/access/map.html>

Contact

If you have any inquiries about industrial property rights in Japan, please contact us at the following e-mail address.



English
<https://www.jpo.go.jp/e/faq/list.html>

Inquiries from outside Japan are accepted via the following.
E-mail address: PA0842@jpo.go.jp

問い合わせ先

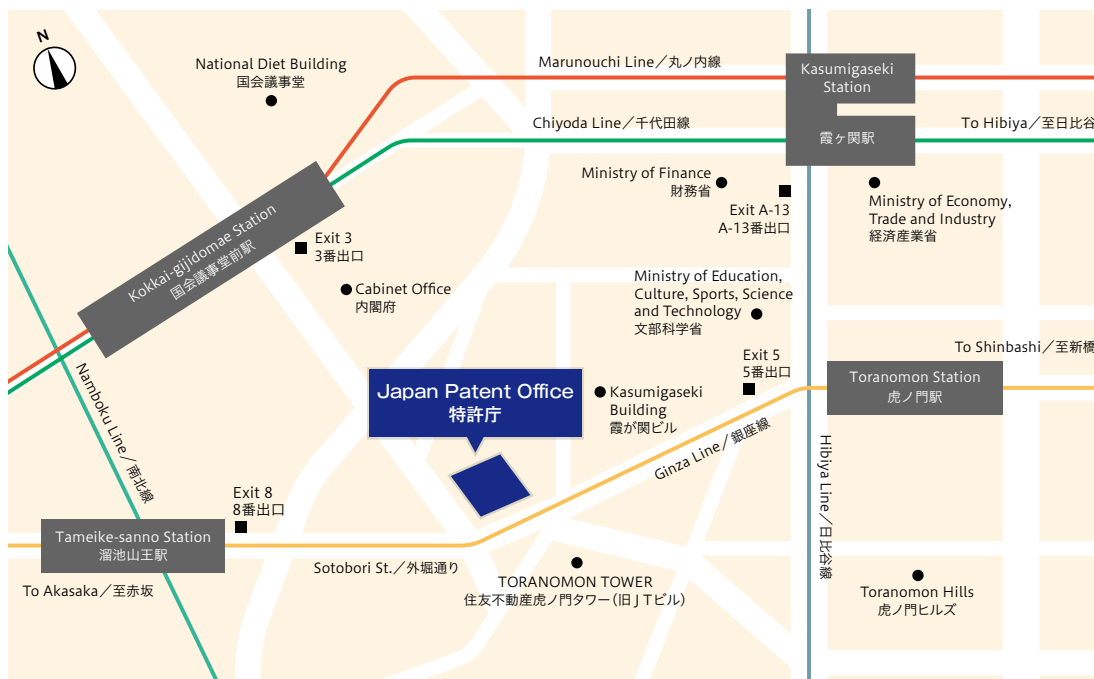
特許庁では、各種相談や手続、審査についての問合せなど、内容に応じた各担当部署で受け付けています。詳細は、特許庁ウェブサイトをご覧ください。



日本語
<https://www.jpo.go.jp/faq/list.html>

海外からのお問い合わせは、こちらで受け付けております。
E-mail address: PA0842@jpo.go.jp

Location map / 周辺地図

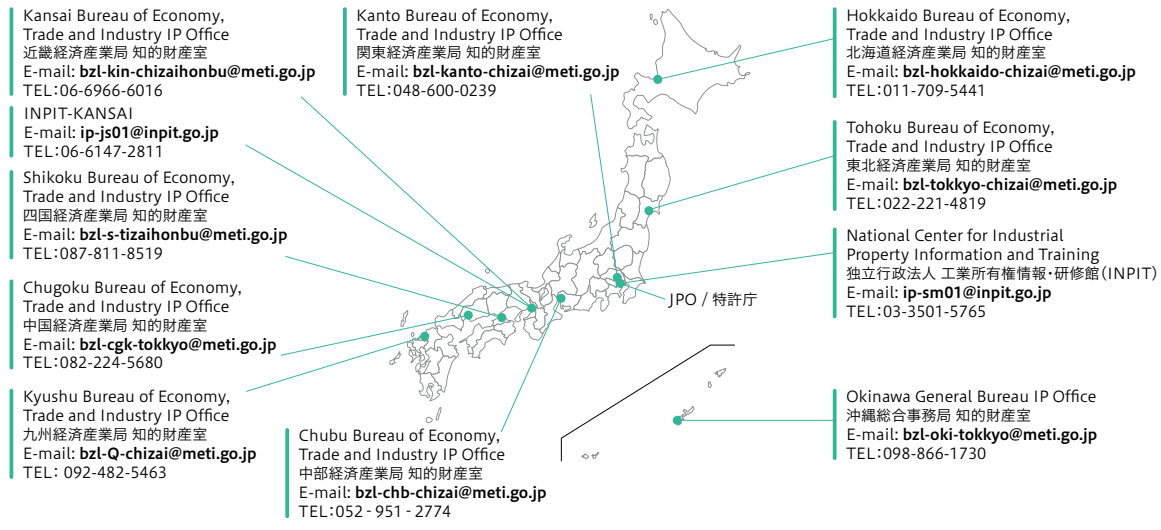


JPO Building
特許庁庁舎

INPIT・Regional Locations / INPIT・地方拠点

The National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT) provides various services, such as information on industrial property rights, information and support through consultation desks, support for the strategic utilization of IP, and development of human resources specializing in IP. IP Offices at the Bureaus of Economy, Trade and Industry support, according to regional needs, wider use of the IP system and utilization of rights, and introduce support systems.

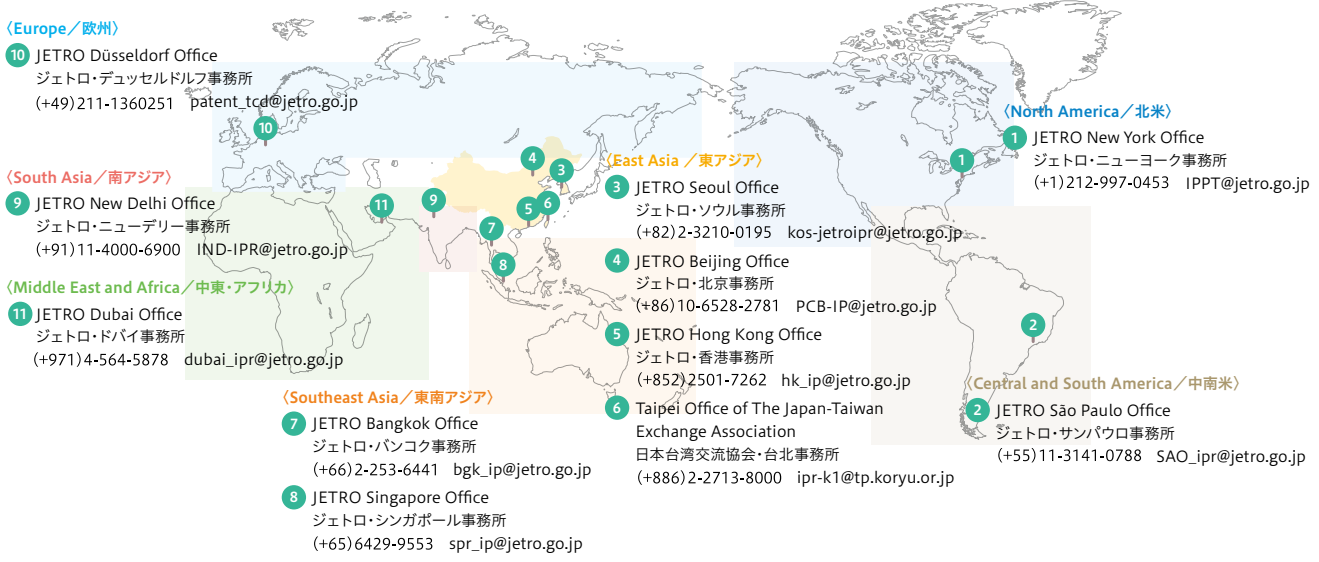
独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）では、産業財産権情報の提供、相談窓口等による情報提供と支援、知的財産の戦略的活用、知的財産人材の育成等の各種サービスを提供しています。経済産業局等知的財産室においては、地域ニーズに応じた制度普及・権利活用等の支援事業の展開や、支援制度の紹介等を行っております。



IP Attaché / 知財駐在員

The JPO stations IP experts (consultants), who are well versed in IP rights systems, at the offices of groups and organizations that have offices in major countries and regions. Our experts collect a wide range of information on each country or region's IP rights system and their operations and research them, and they also provide advice on legal systems to Japanese businesses in each country or region, by utilizing law firms in the country or region.

特許庁は、主要国・地域に事務所を保有する団体、組織の事務所に知的財産権制度に精通した知財専門家（調査員）を常駐させています。各専門家は、各国・地域の知的財産権制度及びその運用に係る幅広い情報収集・調査研究活動の実施とともに、現地日系企業からの相談に対して、各国又は地域の特許法律事務所を活用し法制度面からのアドバイス等を行っています。



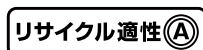
JPO status report is posted on the JPO's website.
特許庁ステータスレポートは特許庁ウェブサイトに掲載しております。



English
<https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/statusreport/index.html>



Japanese/日本語
<https://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/index.html>



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

Japan Patent Office March 2026
特許庁 2026年3月

JPO STATUS REPORT 2026

